(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年12 月18 日 (18.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/103665 A1

(51) 国際特許分類⁷: A61K 31/427, 31/5375, 31/055, 31/137, 31/15, 31/167, 31/18, 31/357, 31/381, 31/403, 31/4035, 31/404, 31/421, 31/422, 31/445, 31/4453, 31/455, 31/47, 31/498, 31/606, 31/609, 31/616, 31/63, A61P 11/06, 17/00, 17/04, 37/08, 15/00, A61K 31/426, C07D 277/44

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07120

(22) 国際出願日:

2003年6月5日(05.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-165148 2002年6月6日(06.06.2002) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社 医薬分子設計研究所 (INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC.) [JP/JP]; 〒113-0033 東 京都文京区本郷5丁目24番5号 角川本郷ビル4 F Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 武藤 進 (MUTO,Susumu) [JP/JP]; 〒184-0003 東京都 小金井市 緑町 1 - 6 - 7 メイブルコーポB202 Tokyo (JP). 板井昭子 (ITAI,Akiko) [JP/JP]; 〒113-0033 東京都文 京区 本郷 5 丁目 2 4番 5号 角川本郷ビル 4 F 株式 会社医薬分子設計研究所内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS & CO.); 〒104-0031 東京都中央区 京橋一丁目 8 番 7 号京橋日殖ビル 8 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(広域): ARIPO 特許(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

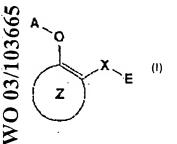
添付公開書類:

-- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ANTIALLERGIC

🗗 (54) 発明の名称: 抗アレルギー薬



(57) Abstract: A medicine for the prevention of and/or treatments for allergic diseases and/or endometriosis and/or uterus myoma, which contains as an active ingredient a substance selected from the group consisting of a compound represented by the general formula (I): (I) (wherein X represents a connecting group in which the main chain has 2 to 5 atoms; A represents hydrogen, etc.; E represents optionally substituted aryl; and ring Z represents, e.g., arene which may have one or more substituents besides the groups represented by the formulae -O-A and -X-E), a pharmacologically acceptable salt of the compound, hydrates of these, and solvates of these.

(57) 要約:

一般式(I)(式中、Xは主鎖の原子数2-5である連結基を表し、Aは水素原子等を表し、Eは置換基を有してもよいアリール基を表し、環 Z は、式-O-A及び式-X-Eで表される基の他に更に置換基を有してもよいアレーン等を表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む、アレルギー性疾患及び/又は子宮内膜症及び/又は子宮筋腫の予防及び/又は治療のための医薬。

明細書

抗アレルギー薬

技術分野

本発明は花粉症、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹などのアレルギー性の疾患及び子宮内膜症、子宮筋腫の予防及び/又は治療に有効な医薬に関する。

背景技術

アレルギー性疾患は、体内に侵入した抗原刺激により IgE が産生され、この抗原と IgE の複合体により刺激を受けた活性化マスト細胞から脱顆粒により種々の炎症性サイトカインやヒスタミン、ロイコトリエン等のケミカルメディエーターが放出され、これらにより気道の収縮や血管透過性の亢進、皮膚や気管支等の炎症を惹き起こすものであると理解されている。従って、抗アレルギー薬は I型アレルギー反応とそれに続発するアレルギー性炎症を抑える薬剤、ことにマスト細胞からのメディエーターの生成、遊離を抑制する薬剤、あるいはその作用に拮抗する薬剤を中心として理解されている。現在抗アレルギー薬としてはステロイド、抗ヒスタミン剤、メディエーター遊離抑制または阻害薬などが用いられている。ステロイドは非常に有効な薬剤ではあるが、副作用の問題があり、抗ヒスタミン剤は対症療法的なもので根本治療には結びつかず、メディエーター遊離抑制または阻害剤は有効性が高いとは言われているが、即効性に欠けていたり、中枢性の副作用を有するものもあり、これまでの抗アレルギー剤では必ずしも満足のいく情況ではないのが現状である。

子宮内膜症は近年増加傾向にあり、現在女性の10~14%が罹患しているといわれ、生理や性交時に激しい痛みを伴う等で患者の quality of life の低下を招くだけでなく、不妊の原因としても注目を集めている。現在その治療では偽閉経療法としてホルモン剤を使った治療が行われているが、副作用が強いばかりでな

く、長期の投与が骨粗鬆症を招く恐れがあることから、今のところ安全で有効性 の高い治療薬または治療方法がないのが現状である。

近年になって、子宮内膜症の病変部にマスト細胞が明らかに高密度で存在し(「アメリカン・ジャーナル・オブ・リプロダクティブ・イムノロジー(ニューヨーク:1989)(American Journal of Reproductive Immunology (New York:1998))」,(デンマーク),1998年,第40巻,第4号,p. 291-294)、そのマスト細胞が活性化し脱顆粒をおこしていることも見出された(「日経メディカル(Nikkei Medical)」,2002年,第415号,p. 28;「フェアティリティー・アンド・ステリリティー(Fertility and sterility)」,(米国),2002年,第78巻,第4号,p. 782-786)。更に、子宮内膜症モデルラットへの抗アレルギー作用を持つロイコトリエン拮抗薬の投与で、肥満細胞の浸潤および病変の主体をなす間質増生が有意に抑制されることから(「日経メディカル(Nikkei Medical)」,2002年,第415号,p. 28;「フェアティリティー・アンド・ステリリティー(Fertility and sterility)」,(米国),2002年,第78巻,第4号,p. 782-786)、子宮内膜症とアレルギーとの関連が強く示唆される。

従って、マスト細胞の活性化を強力に抑制し、アレルギー疾患の根本的な治療薬 となりうるような抗アレルギー薬は子宮内膜症の有効な治療薬となりうる。

子宮筋腫も子宮内膜症患者の45%が罹患していることから、子宮内膜症と同様にアレルギーとの関連を示唆することができる。よってアレルギー疾患の根本的な治療薬となりうるような抗アレルギー薬は子宮筋腫の治療薬として有用である可能性が高い。

一方、N-フェニルサリチルアミド誘導体は米国特許第4358443号明細書に植物成長阻害剤としての開示があり、医薬としては欧州特許第0221211号明細書、特開昭62-99329号公報、及び米国特許第6117859号明細書に抗炎症剤として開示されている。また、国際公開第99/65499号パンフレット、国際公開第02/49632号パンフレット、及び国際公開第02

/076918号パンフレットにはNF-κB阻害剤として、国際公開第02/ 051397号パンフレットにはサイトカイン産生抑制剤として開示されている。

発明の開示

本発明の課題は、アレルギー反応の抑制によるアレルギーの根本的予防及び/又は治療を可能にする医薬を提供することにある。本発明者らは上記の課題を解決すべく一般的に毒性の低いと言われているサリチルアミド誘導体の抗アレルギー作用について鋭意研究した結果、Nー置換サリチルアミド誘導体、とりわけN-アリールサリチルアミド誘導体、特にアニリン部分の2,5位又は3,5位が置換されたNーフェニルサリチルアミド誘導体、チアゾール環の4,5位が置換されたNーチアゾールー2ーイルサリチルアミド誘導体が、活性化されたマスト細胞の増殖抑制作用、抗原とIgE刺激によるマスト細胞からの脱顆粒の抑制、及び活性化されたB細胞からのIgE産生抑制作用において極めて優れた活性を有しており、アレルギー疾患の根本的な予防及び/又は治療を達成できることを見出した。また、さらにその類縁体であるヒドロキシアリール誘導体についても検討を行い、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、

(1) 下記一般式 (I):

(式中、

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテ

ロアリール基を表し、

環Zは、式一〇一A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式一X一E(式中、 X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していて もよいアレーン、又は式一〇一A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式一 X一E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換 基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に 許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から 選ばれる物質を有効成分として含む、アレルギー性疾患及び/又は子宮内膜症及び /又は子宮筋腫の予防及び/又は治療のための医薬を提供するものである。 本発明により提供される好適な医薬としては、

(2) Xが、下記連結基群 α より選択される基(該基は置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、[連結基群 α] 下記式:

(式中、左側の結合手が環2に結合し右側の結合手がEに結合する)

(3) Xが、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する)で表される 基 (該基は置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容される その塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

- (4) Aが、水素原子である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (5) 環Zが、 C_6 ~ C_{10} のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは -般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)、又は5ないし13員のヘテロアレーン(該ヘテロアレーンは、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬医薬、

(6) 環 Z が、下記環群 β:

[環群 β] ベンゼン環、ナフタレン環、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環

より選択される環(該環は、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

(7) 環 2 が、式 - O - A (式中、Aは一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 - X - E (式中、X及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に更に置換基を有していてもよいベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

- (8) 環Zが、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にハロゲン原子を更に有するベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (9) 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に置換基を更に有していてもよいナフタレン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (10) Eが、置換基を有していてもよい $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基、又は置換基を有していてもよい5ないし13員のヘテロアリール基である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (11) Eが、置換基を有していてもよいフェニル基である化合物及び薬理学的 に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群か ら選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (12) Eが、3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である化合物及 び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物か らなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (13) Eが、置換基を有していてもよい5員のヘテロアリール基である化合物 及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物

からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬を挙げることができる。

別の観点からは、本発明により、上記の(1)~(13)の医薬の製造のための上記の各物質の使用が提供される。

また、本発明により、ヒトを含む哺乳類動物において、アレルギー性疾患及び/ 又は子宮内膜症及び/又は子宮筋腫を予防及び/又は治療する方法であって、上記 物質の予防及び/又は治療有効量をヒトを含む哺乳類動物に投与する工程を含む 方法が提供される。

さらに本発明により、

(1) 下記一般式 (I-1):

$$z^1$$
 N
 E^1
 $(I-1)$

(式中、Z¹は、5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル基、 又は5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基を表し、 E¹は、置換されていても良いフェニル基を表す)で表される化合物若しくはそ の塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物が提供される。 好適には、

(2) E^1 が、2, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル基又は3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル基を表す) で表される化合物若しくはその塩、 又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物が提供される(ただし、下記の化合物を除く:

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシベンズ アミド、

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド、

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ブロモー2-ヒド

ロキシベンズアミド、

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ョードベンズアミド、及び

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] <math>-2-ヒドロキシ-5-ニトロベンズアミド)。

さらに好適には、

(3) Z¹が、5位にハロゲン原子を有する2ーヒドロキシフェニル基、又は5 位にハロゲン原子を有する2ーアセトキシフェニル基である化合物若しくはその 塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物が提供される。

また、本発明により、

(1) 下記一般式(I-2):

$$Z^2$$
 N
 E^2
 $(I-2)$

(式中、Z²は、5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル基、 又は5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基を表し、

E²は、2,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち1個はトリフルオロメチル基である)、又は3,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち1個はトリフルオロメチル基である)を表す)で表される化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物が提供される(ただし、下記の化合物を除く:

5-クロロ-N-[5-クロロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド、

5-7ルオロー2-ヒドロキシ-N-[2-(6, 6, 6-トリフルオロヘキシルオキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド、

5-クロロ-N-[2-(4-クロロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)

フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド、

5-クロロ-N-[2-(4-クロロフェニル)スルファニル-5-(トリフル オロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド、

5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-[2-(1-ナフチルオキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド、及び

 $5-\rho$ ロロー 2-ヒドロキシーN- [2-(2-ナフチルオキシ) - 5-(トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド)。

好適には、

(2) Z^2 が、5位にハロゲン原子を有する2-ヒドロキシフェニル基、又は5位にハロゲン原子を有する2-アセトキシフェニル基である化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物が提供される。

また、本発明により、

(1) 下記一般式 (I-3):

$$Z^3$$
 N
 E^3
 $(I-3)$

(式中、 Z^3 は、5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル基、 又は5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基を表し、 E^3 は、下記式:

(式中、R³°²及びR³°³は、一方が水素原子、他方が置換基を有していてもよい い炭化水素基又は置換基を有していてもよいヒドロキシ基を表し、 $R^{3 \cdot 5}$ は、置換基を有していてもよい $C_2 \sim C_6$ の炭化水素基を表す))で表される化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物が提供される。

好適には、

(2) Z^3 が、5位にハロゲン原子を有する2-ヒドロキシフェニル基、又は5位にハロゲン原子を有する2-アセトキシフェニル基である請求項18に記載の化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物が提供される。

また、本発明により、

(1) 下記一般式 (I-4):

$$Z^4$$
 N
 E^4
 $(I-4)$

(式中、 Z^4 は、5位に置換基を有していてもよい2-Eドロキシフェニル基、 又は5位に置換基を有していてもよい2-Pセトキシフェニル基を表し、 E^4 は、下記式:

(式中、R^{4 · 4}は、置換基を有していてもよい炭化水素基を表し、

R^{4 e 5}は、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していてもよいアシル基、又は 置換基を有していてもよいヘテロ環基を表す))で表される化合物若しくはその塩、 又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物が提供される。

好適には、

(2) Z⁴が、5位にハロゲン原子を有する2-ヒドロキシフェニル基、又は5位にハロゲン原子を有する2-アセトキシフェニル基である化合物若しくはその 塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物が提供される。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の医薬(化合物番号50)の即時型アレルギー反応抑制効果を示した図である。

第2図は、本発明の医薬(化合物番号50)のアトピー性皮膚炎モデルによる皮膚炎抑制効果を示した図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の理解のために「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示を参照することは有用である。上記「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示の全てを参照として本明細書の開示に含める。

本明細書において用いられる用語の意味は以下の通りである。

「ハロゲン原子」としては、特に言及する場合を除き、弗素原子、塩素原子、臭素原子、又は沃素原子のいずれを用いてもよい。

「炭化水素基」としては、例えば、脂肪族炭化水素基、アリール基、アリーレン 基、アラルキル基、架橋環式炭化水素基、スピロ環式炭化水素基、及びテルペン 系炭化水素等が挙げられる。

「脂肪族炭化水素基」としては、例えば、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルキレン基、アルケニレン基、アルキリデン基等の直鎖状又は分枝鎖状の1価若しくは2価の非環式炭化水素基;シクロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルカンジエニル基、シクロアルキルーアルキル基、シクロアルキレン基、シクロアルケニレン基等の飽和又は不飽和の1価若しくは2価の脂環式炭化水素基等が挙げられる。

「アルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nーブチル、イソブチル、secーブチル、tertーブチル、nーペンチル、イソペンチル、2ーメチルブチル、1ーメチルブチル、ネオペンチル、1,2ージメチルプロピル、1ーエチルプロピル、nーヘキシル、4ーメチルペンチ

ル、3-メチルペンチル、2-メチルペンチル、1-メチルペンチル、3, 3-ジメチルブチル、2, 2-ジメチルブチル、1, 1-ジメチルブチル、1, 2-ジメチルブチル、1, 3-ジメチルブチル、2, 3-ジメチルブチル、2-エチルブチル、1-エチルブチル、1-エチルプロピル、1-エチルプロピル、1-エチルプロピル、1-エチル、1-エチルプロピル、1-エチル、

「アルケニル基」としては、例えば、ビニル、プロパー1ーエンー1ーイル、ア リル、イソプロペニル、ブター1-エンー1-イル、ブター2-エン-1-イル、 ブター3-エン-1-イル、2-メチルプロパー2-エン-1-イル、1-メチ ルプロパー2-エンー1-イル、ペンター1-エンー1-イル、ペンター2-エ ン-1-イル、ペンタ-3-エン-1-イル、ペンタ-4-エン-1-イル、3 ーメチルブター2-エンー1-イル、3-メチルブター3-エンー1-イル、ヘ キサー1-エン-1-イル、ヘキサー2-エン-1-イル、ヘキサー3-エン-1-イル、ヘキサー4-エン-1-イル、ヘキサー5-エン-1-イル、4-メ チルペンター3-エン-1-イル、4-メチルペンター3-エン-1-イル、ヘ プター1-エンー1-イル、ヘプター6-エンー1-イル、オクター1-エンー 1-イル、オクター7-エン-1-イル、ノナ-1-エン-1-イル、ノナ-8 ーエンー1ーイル、デカー1ーエンー1ーイル、デカー9ーエンー1ーイル、ウ ンデカー1ーエンー1ーイル、ウンデカー10ーエンー1ーイル、ドデカー1ー エン-1-イル、ドデカ-11-エン-1-イル、トリデカ-1-エン-1-イ ル、トリデカー12-エンー1-イル、テトラデカー1-エンー1-イル、テト ラデカー13-エンー1-イル、ペンタデカー1-エンー1-イル、ペンタデカ -14-xン-1-1ル等の C_2 ~ C_{15} の直鎖状又は分枝鎖状のアルケニル基が 挙げられる。

「アルキニル基」としては、例えば、エチニル、プロパー1ーイン-1ーイル, プロパー2ーイン-1ーイル, ブター1ーイン-1ーイル、ブター3ーイン-1 ーイル、1-メチルプロパー2-インー1-イル、ペンター1-インー1-イル、ペンター4-インー1-イル、ペキサー1-インー1-イル、ペキサー5-インー1-イル、ペプター1-イル、ペプター1-イル、オクター1-インー1-イル、オクター1-インー1-イル、オクター1-インー1-イル、ブカー1-インー1-イル、ブカー1-インー1-イル、ブカー1-インー1-イル、デカー1-インー1-イル、デカー1-インー1-イル、ドデカー1-インー1-イル、ドデカー1-インー1-イル、ドデカー1-インー1-イル、トリデカー1-インー1-イル、トリデカー1-インー1-イル、トリデカー1-インー1-イル、テトラデカー1-インー1-イル、テトラデカー1-インー1-イル、ペンタデカー1-インー1-イル、ペンタデカー1-インー1-イル、ペンタデカー1-インー1-イル、ペンタデカー1-インー1-イル、ペンタデカー1-インー1-イル、ペンタデカー1-4ーインー1-イル等の1-4の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニル基が挙げられる。

「アルキレン基」としては、例えば、メチレン、エチレン、エタン-1, 1-ジイル、プロパン-1, 3-ジイル、プロパン-1, 2-ジイル、プロパン-2, 2-ジイル、ブタン-1, 4-ジイル、ペンタン-1, 5-ジイル、ヘキサン-1, 6-ジイル、1, 1, 4, 4-テトラメチルブタン-1, 4-ジイル等の-10 -0 -1 -2 -3 の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルケニレン基」としては、例えば、エテンー1,2ージイル、プロペンー1,3ージイル、ブター1ーエンー1,4ージイル、ブター2ーエンー1,4ージイル、2ーメチルプロペンー1,3ージイル、ペンター2ーエンー1,5ージイル、ヘキサー3ーエンー1,6ージイル等の $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルキリデン基」としては、例えば、メチリデン、エチリデン、プロピリデン、イソプロピリデン、ブチリデン、ペンチリデン、ヘキシリデン等のC₁~C₆の直鎖状又は分枝鎖状のアルキリデン基が挙げられる。

「シクロアルキル基」としては、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルキル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1ーインダニル、2ーインダニル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロナフタレンー1ーイル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロナフタレンー2ーイル等の基が挙げられる。

「シクロアルケニル基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1-イル、2 $-シクロプテン-1-イル、<math>2-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペキセン-1-イル、1-シクロペンテン-1-イル等の<math>C_3\sim C_6$ のシクロアルケニル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルケニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1ーインダニル、2ーインダニル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロナフタレン-1ーイル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロナフタレン-2ーイル、1ーインデニル、2ーインデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルカンジエニル基」としては、例えば、2, 4-シクロペンタンジェンー1ーイル、<math>2, 4-シクロヘキサンジエンー1ーイル、<math>2, $5-シクロヘキサンジエンー1ーイル等の<math>C_5\sim C_6$ のシクロアルカンジエニル基が挙げられる。なお、上記「シクロアルカンジエニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-インデニル、2-インデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「シクロアルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、シクロプロピルメチル、1-シクロプロピルエチル、2-シクロプロピルエチル、3-シクロプロピルエチル、6-シクロプロピル、4-シクロプロピルブチル、5-シクロプロピルペンチル、6-シクロプロピルへキシル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロペキシルプロピル、シクロペキシルブチル、シクロペナシルブチル、シクロペキシルブチル、シクロペキシルブチル、シクロペナシルブチル、シクロスナンルブチル、シクロオクチルペキシル等の C_4 ~ C_{14} のシクロアルキルーアルキル基が挙

げられる。

「シクロアルケニレン基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1, 1-ジイル、2-シクロプテン-1, 1-ジイル、2-シクロペンテン-1, 1-ジイル、3-シクロペンテン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 4-ジイル、3-シクロペキセン-1, 2-ジイル、1-シクロペキセン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1

「アリール基」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素基が挙げられ、例えば、フェニル、1-ナフチル、2-ナフチル、アントリル、フェナントリル、アセナフチレニル等の $C_6\sim C_{14}$ のアリール基が挙げられる。

ニル、9-フェナレニル等の基が挙げられる。

「アリーレン基」としては、例えば、1, 2-フェニレン、1, 3-フェニレン、1, 4-フェニレン、ナフタレン-1, 2-ジイル、ナフタレン-1, 3-ジイル、ナフタレン-1, 4-ジイル、ナフタレン-1, 5-ジイル、ナフタレン-1, 6-ジイル、ナフタレン-1, 7-ジイル、ナフタレン-1, 8-ジイル、ナフタレン-2, 3-ジイル、ナフタレン-2, 4-ジイル、ナフタレン-2, 5-ジイル、ナフタレン-2, 6-ジイル、ナフタレン-2, 7-ジイル、ナフタレン-2, 7-ジイル、ナフタレン-2, 8-ジイル、アントラセン-1, 4-ジイル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリーレン基が挙げられる。

「アラルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「アリール基」で置換された基が挙げられ、例えば、ベンジル、1-ナフチルメチル、2-ナフチルメチル、アントラセニルメチル、フェナントレニルメチル、アセナフチレニルメチル、ジフェニルメチル、1- (1-ナフチル) エチル、1- (1-+フチル) エチル、1- (1-+フチル) エチル、1- (1-+フチル) エチル、1- (1-+フチル) アロピル、1- (1-+フチル) プラル、1- (1-+フチル) ブチル、1- (1-+フチル) ブチル、1- (1-+フチル) アンチル、1- (1-+フチル) ペンチル、1- (1-+フェニルペンチル、1- (1-+フェニルペンチル、1- (1-+フェニルペンチル、1- (1-+フェニルペンチル、1- (1-+フェニルペンチル、1- (1-+フェニルペンチル、1- (1-+フェニルペンチル、1- (1-+フェニルペンチル 1- (1-+フェニル 1- (1-) (1-+フェニル 1-

「架橋環式炭化水素基」としては、例えば、ビシクロ〔2.1.0] ペンチル、ビシクロ〔2.2.1] ヘプチル、ビシクロ〔2.2.1] オクチル、アダマンチル等の基が挙げられる。

「スピロ環式炭化水素基」、としては、例えば、スピロ [3.4] オクチル、スピロ [4.5] デカー1, 6ージエニル等の基が挙げられる。

「テルペン系炭化水素」としては、例えば、ゲラニル、ネリル、リナリル、フィチル、メンチル、ボルニル等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が「ハロゲン原子」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメチル、ジフルオロメチル、リフルオロメチル、クロロメチル、ジクロロメチル、トリクロロメチル、ブロモメチル、ジブロモメチル、トリブロモメチル、ヨードメチル、ジョードメチル、トリョードメチル、2, 2, 2ートリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル、3, 3, 3ートリフルオロプロピル、ヘプタフルオロプロピル、ヘプタフルオロイソプロピル、ノナフルオロブチル、パーフルオロヘキシル等の1乃至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキル基が挙げられる。

「ヘテロ環基」としては、例えば、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基が挙げられる。

2, 4- チアジアゾール) -3- イル、(1, 2, 4- チアジアゾール) -5- イ ν 、(1, 2, 5-f アジアゾール) - 3 - イル、<math>(1, 2, 5-f アジアゾール)-1, 2, 3ートリアゾール) -4ーイル、(1H-1, 2, 3-トリアゾール)-5-イル、(2H-1, 2, 3-トリアゾール) -2-イル、(2H-1, 2, 3-トリアゾール)3-トリアゾール)-4-イル、(1H-1, 2, 4-トリアゾール)-1-イル、 (1H-1, 2, 4-トリアゾール) -3-イル、(1H-1, 2, 4-トリアゾ 2, 4-トリアゾール) -4-イル、(1H-テトラゾール) -1-イル、(1Hーテトラゾール) -5-イル、(2H-テトラゾール) -2-イル、(2H-テト ラゾール) -5-イル、2-ピリジル、3-ピリジル、4-ピリジル、3ーピリ ダジニル、4ーピリダジニル、2ーピリミジニル、4ーピリミジニル、5ーピリ ミジニル、2-ピラジニル、(1, 2, 3-トリアジン)-4-イル、(1, 2, 3-3-トリアジン)-5-イル、(1, 2, 4-トリアジン)-3-イル、(1, 2, 4-トリアジン)4-トリアジン) -5-イル、(1, 2, 4-トリアジン) -6-イル、(1, 3, 4-トリアジン) -6-イル、(1, 3, 4-トリアジン) 5-トリアジン) -2-イル、1-アゼピニル、1-アゼピニル、2-アゼピニ 4-オキサゼピン) -3-イル、(1, 4-オキサゼピン) -5-イル、(1, 4)ーオキサゼピン) -6-イル、(1, 4-オキサゼピン) -7-イル、(1, 4-チアゼピン) -2-イル、(1, 4-チアゼピン) -3-イル、(1, 4-チアゼ (1, 4-f) (1, 4-f) (1, 4-f) (1, 4-f)-7-イル等の5乃至7員の単環式へテロアリール基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリール基」としては、例えば、2ーベンゾフラニル、3ーベンゾフラニル、4ーベンゾフラニル、5ーベンゾフラニル、6ーベンゾフラニル、7ーベンゾフラニル、1ーイソベンゾフラニル、4ーイソベンゾフラニル、

5-イソベンゾフラニル、2-ベンゾ [b] チエニル、3-ベンゾ [b] チエニ ル、4-ベンソ [b] チェニル、5-ベンソ [b] チェニル、6-ベンソ [b]チエニル、7 - ベンゾ [b] チエニル、1 - ベンゾ [c] チエニル、4 - ベンゾ [c] チエニル、5 ーベンゾ [c] チエニル、1 ーインドリル、1 ーインドリル、 2ーインドリル、3ーインドリル、4ーインドリル、5ーインドリル、6ーイン ドリル、7-インドリル、(2H-イソインドール)-1-イル、(2H-イソイ ンドール) -2-イル、(2H-イソインドール) -4-イル、(2H-イソイン -3-イル、(1H-インダゾール)-4-イル、(1H-インダゾール)-5-イル、(1H-インダゾール) - 6 - イル、<math>(1H-インダゾール) - 7 - イル、(2H-インダゾール) - 1 - イル、 (2H-インダゾール) - 2 - イル、 (2Hーインダゾール) - 4 - イル、(2 H - インダゾール) - 5 - イル、2 - ベンゾオ キサゾリル、2-ベンゾオキサゾリル、4-ベンゾオキサゾリル、5-ベンゾオ キサゾリル、6-ベンゾオキサゾリル、7-ベンゾオキサゾリル、(1,2-ベン ゾイソオキサゾール) - 3 - イル、(1, 2 - ベンゾイソオキサゾール) - 4 - イ ル、(1, 2-ベンゾイソオキサゾール) -5-イル、(1, 2-ベンゾイソオキ サゾール)-6-イル、(1, 2-ベンゾイソオキサゾール)-7-イル、(2,1 - ベンゾイソオキサゾール) - 3 - イル、(2, 1 - ベンゾイソオキサゾール)-4-イル、(2, 1-ベンゾイソオキサゾール) -5-イル、(2, 1-ベンゾ 2-ベンゾチアゾリル、4-ベンゾチアゾリル、5-ベンゾチアゾリル、6-ベ ンゾチアゾリル、7ーベンゾチアゾリル、(1,2ーベンゾイソチアゾール)-3 ーイル、(1, 2-ベンゾイソチアゾール)-4-イル、(1, 2-ベンゾイソチ ーベンゾイソチアゾール) -7-イル、(2, 1-ベンゾイソチアゾール) -3-イル、(2, 1ーベンゾイソチアゾール) ー4ーイル、(2, 1ーベンゾイソチア ゾール) -5-イル、(2, 1-ベンゾイソチアゾール) -6-イル、(2, 1-

ベンゾイソチアゾール)-7-イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール)-4- (1, 2, 3- (3, 3- (2, 3- (2, 3- (3, 3- (2, 3- (3, 3))))))))))))))))))ベンゾオキサジアゾール)-6-4ル、(1, 2, 3-4)ブオキサジアゾール) -7 - 1, (2, 1, 3 - 1)ーベンゾオキサジアゾール) -5-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -4-4ル、(1, 2, 3-4)がチアジアゾール)-5-4ル、(1, 2, 3-4)ベンゾチアジアゾール)-6-1イル、(1, 2, 3-1ベンゾチアジアゾール)-7**ゾチアジアゾール)-5-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-1-イル、(1** H-ベンゾトリアゾール)-4-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-5-イル、 (1 H - ベンゾトリアゾール) - 6 - イル、(1 H - ベンゾトリアゾール) - 7 -イル、(2H-ベンゾトリアゾール) - 2-イル、<math>(2H-ベンゾトリアゾール)-4-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -5-イル、2-キノリル、3-キノ リル、4ーキノリル、5ーキノリル、6ーキノリル、7ーキノリル、8ーキノリ ル、1-イソキノリル、3-イソキノリル、4-イソキノリル、5-イソキノリ ル、6-イソキノリル、7-イソキノリル、8-イソキノリル、3-シンノリニ **ル、4-シンノリニル、5-シンノリニル、6-シンノリニル、7-シンノリニ** ル、8-シンノリニル、2-キナゾリニル、4-キナゾリニル、5-キナゾリニ ル、6-キナゾリニル、7-キナゾリニル、8-キナゾリニル、2-キノキサリ ニル、5ーキノキサリニル、6ーキノキサリニル、1ーフタラジニル、5ーフタ ラジニル、6-フタラジニル、2-ナフチリジニル、3-ナフチリジニル、4-ナフチリジニル、2ープリニル、6ープリニル、7ープリニル、8ープリニル、 2-プテリジニル、4-プテリジニル、6-プテリジニル、7-プテリジニル、 1ーカルバゾリル、2ーカルバゾリル、3ーカルバゾリル、4ーカルバゾリル、 $9-カルバゾリル、2-(\alpha-カルボリニル)、3-(\alpha-カルボリニル)、4 (\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、5 - $(\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、6 - $(\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、7 $-(\alpha-\mu)\pi = (\alpha-\mu)\pi =$

1-(β-π)ルボニリル)、3-(β-π)ルボニリル)、4-(β-π)ルボニリル)、 $5-(\beta-\pi)\pi$ $8-(\beta-\pi)$ ルボニリル)、 $9-(\beta-\pi)$ ルボニリル)、 $1-(\gamma-\pi)$ ルボリニル)、 6 − (γ − カルボリニル)、7 − (γ − カルボリニル)、8 − (γ − カルボリニル)、 9- (y-カルボリニル)、1-アクリジニル、2-アクリジニル、3-アクリジ ニル、4ーアクリジニル、9ーアクリジニル、1ーフェノキサジニル、2ーフェ ノキサジニル、3-フェノキサジニル、4-フェノキサジニル、10-フェノキ サジニル、1-フェノチアジニル、2-フェノチアジニル、3-フェノチアジニ ル、4-フェノチアジニル、10-フェノチアジニル、1-フェナジニル、2-フェナジニル、1-フェナントリジニル、2-フェナントリジニル、3-フェナ ントリジニル、4-フェナントリジニル、6-フェナントリジニル、7-フェナ - ントリジニル、8-フェナントリジニル、9-フェナントリジニル、10-フェ ナントリジニル、2-フェナントロリニル、3-フェナントロリニル、4-フェ ナントロリニル、5-フェナントロリニル、6-フェナントロリニル、7-フェ ナントロリニル、8-フェナントロリニル、9-フェナントロリニル、10-フ ェナントロリニル、1ーチアントレニル、2ーチアントレニル、1ーインドリジ ニル、2-インドリジニル、3-インドリジニル、5-インドリジニル、6-イ ンドリジニル、7ーインドリジニル、8ーインドリジニル、1-フェノキサチイ ニル、2-フェノキサチイニル、3-フェノキサチイニル、4-フェノキサチイ ニル、チエノ〔2, 3 − b〕フリル、ピロロ〔1, 2 − b〕ピリダジニル、ピラ ゾロ[1,5-a]ピリジル、イミダゾ[11,2-a]ピリジル、イミダゾ[1, 5-a] ピリジル、イミダゾ〔1, 2-b] ピリダジニル、イミダゾ〔1, 2-4ートリアゾロ [4, 3ーa] ピリダジニル等の 8 乃至 1 4 員の縮合多環式ヘテ ロアリール基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、1-アジリジニル、1-アゼチ

WO 03/103665 PCT/JP03/07120 -

ジニル、1ーピロリジニル、2ーピロリジニル、3ーピロリジニル、2ーテトラヒドロフリル、3ーテトラヒドロフリル、チオラニル、1ーイミダゾリジニル、2ーイミダゾリジニル、4ーイミダゾリジニル、1ーピラゾリジニル、3ーピラゾリジニル、4ーピラゾリジニル、1ー(2ーピロリニル)、1ー(2ーイミダゾリニル)、2ー(2ーイミダゾリニル)、1ー(2ーピラゾリニル)、3ー(2ーピラゾリニル)、3ー(2ーピラゾリニル)、ピペリジノ、2ーピペリジニル、3ーピペリジニル、4ーピペリジニル、1ーホモピペリジニル、2ーテトラヒドロピラニル、モルホリノ、(チオモルホリン) ー 4ーイル、1ーピペラジニル、1ーホモピペラジニル等の3万至7員の飽和若しくは不飽和の単環式非芳香族へテロ環基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族ヘテロ環基」としては、例えば、2-キヌクリジニル、2 ークロマニル、3ークロマニル、4ークロマニル、5ークロマニル、6ークロマ ニル、7ークロマニル、8ークロマニル、1ーイソクロマニル、3ーイソクロマ ニル、4-イソクロマニル、5-イソクロマニル、6-イソクロマニル、7-イ ソクロマニル、8-イソクロマニル、2-チオクロマニル、3-チオクロマニル、 4ーチオクロマニル、5ーチオクロマニル、6ーチオクロマニル、7ーチオクロ マニル、8-チオクロマニル、1-イソチオクロマニル、3-イソチオクロマニ ル、4-イソチオクロマニル、5-イソチオクロマニル、6-イソチオクロマニ ル、7ーイソチオクロマニル、8ーイソチオクロマニル、1ーインドリニル、2 ーインドリニル、3ーインドリニル、4ーインドリニル、5ーインドリニル、6 ーインドリニル、7ーインドリニル、1ーイソインドリニル、2ーイソインドリ ニル、4ーイソインドリニル、5ーイソインドリニル、2ー(4Hークロメニル)、 3-(4H-クロメニル)、4-(4H-クロメニル)、5-(4H-クロメニル)、6-(4H-クロメニル)、7-(4H-クロメニル)、8-(4H-クロメニル)、 1ーイソクロメニル、3ーイソクロメニル、4ーイソクロメニル、5ーイソクロ メニル、6-イソクロメニル、7-イソクロメニル、8-イソクロメニル、1-(1H-ピロリジニル)、2- (1H-ピロリジニル)、3- (1H-ピロリジニ (1 + 1), (1 + 1), (1 + 1), (1 + 1), (1 + 1), (1 + 1)

ロリジニル)等の8万至10員の飽和若しくは不飽和の縮合多環式非芳香族へテロ環基が挙げられる。

上記「ヘテロ環基」の中で、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基を「環状アミノ基」と称し、例えば、1ーピロリジニル、1ーイミダブリジニル、1ーピラブリジニル、1ーオキサブリジニル、1ーチアブリジニル、ピペリジノ、モルホリノ、1ーピペラジニル、チオモルホリンー4ーイル、1ーホモピペリジニル、2ーピロリンー1ーイル、2ーイミダブリンー1ーイル、2ーピラブリンー1ーイル、1ーインドリニル、1、2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1、2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1・2・3、4ーテトラヒドロキノリン・1ーインドリル、1ーピラブリル、1ーインドリル、1ーインダブリル、2ーイソインドリル等の基が挙げられる。

上記「シクロアルキル基」、「シクロアルケニル基」、「シクロアルカンジェニル基」、「アリール基」、「シクロアルキレン基」、「シクロアルケニレン基」、「アリーレン基」、「架橋環式炭化水素基」、「スピロ環式炭化水素基」、及び「ヘテロ環基」を総称して「環式基」と称する。また、該「環式基」の中で、特に「アリール基」、「アリーレン基」、「単環式ヘテロアリール基」、及び「縮合多環式ヘテロアリール基」を総称して「芳香環式基」と称する。

「炭化水素-オキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素-オキシ基」としては、例えば、アルコキシ基(アルキル-オキシ基)、アルケニル-オキシ基、アルキニル-オキシ基、シクロアルキル-オキシ基、シクロアルキル-オキシ基、シクロアルキル-オキシ基、シクロアルキル-オキシ基、シクロアルキル-オキシ基等の脂肪族炭化水素-オキ

シ基;アリールーオキシ基;アラルキルーオキシ基;アルキレンージオキシ基等 が挙げられる。

「アルコキシ基 (アルキルーオキシ基)」としては、例えば、メトキシ、エトキシ、
nープロポキシ、イソプロポキシ、nーブトキシ、イソブトキシ、secーブト
キシ、tertーブトキシ、nーペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、2ーメ
チルブトキシ、1ーメチルブトキシ、ネオペンチルオキシ、1,2ージメチルプ
ロポキシ、1ーエチルプロポキシ、nーヘキシルオキシ、4ーメチルペンチルオ
キシ、3ーメチルペンチルオキシ、2ーメチルペンチルオキシ、1ーメチルペン
チルオキシ、3,3ージメチルブトキシ、2,2ージメチルブトキシ、1,1ージメチルブトキシ、1,2ージメチルブトキシ、1,3ージメチルブトキシ、2,3ージメチルブトキシ、2ーエチルブトキシ、1ーエチル
ー1ーメチルプロポキシ、nーヘプチルオキシ、nーオクチルオキシ、nーノニ
ルオキシ、nーデシルオキシ、nーウンデシルオキシ、nードデシルオキシ、n
ートリデシルオキシ、nーテトラデシルオキシ、nーペンタデシルオキシ等のC
1~C15の直鎖状又は分枝鎖状のアルコキシ基が挙げられる。

「アルケニルーオキシ基」としては、例えば、ビニルオキシ、(プロパー1ーエンー1ーイル)オキシ、アリルオキシ、イソプロペニルオキシ、(ブター1ーエンー1ーイル)オキシ、(ブター2ーエンー1ーイル)オキシ、(ブター3ーエンー1ーイル)オキシ、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)オキシ、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)オキシ、(パンター1ーエンー1ーイル)オキシ、(ペンター2ーエンー1ーイル)オキシ、(ペンター3ーエンー1ーイル)オキシ、(ペンター4ーエンー1ーイル)オキシ、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー1ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー2ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー3ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー4ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー5ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー4ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー5ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー4ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー5ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー4ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー5ーエンー1ーイル)オキシ、(4ーメチルペンター3ーエンー1ーイル)オキシ、(4

オキシ、(ヘプター6ーエンー1ーイル) オキシ、(オクター1ーエンー1ーイル) オキシ、(オクター7ーエンー1ーイル) オキシ、(ノナー1ーエンー1ーイル) オキシ、(ノナー8ーエンー1ーイル) オキシ、(デカー1ーエンー1ーイル) オキシ、(デカー9ーエンー1ーイル) オキシ、(ウンデカー1ーエンー1ーイル) オキシ、(ウンデカー10ーエンー1ーイル) オキシ、(ドデカー1ーエンー1ーイル) オキシ、(ドデカー11ーエンー1ーイル) オキシ、(ドデカー11ーエンー1ーイル) オキシ、(トリデカー1ーエンー1ーイル) オキシ、(テトラデカー1ーイル) オキシ、(テトラデカー1ーイル) オキシ、(テトラデカー1ーエンー1ーイル) オキシ、(テトラデカー1 3ーエンー1ーイル) オキシ、(ペンタデカー14ーエンー1ーイル) オキシ、(ペンタデカー14ーエンー1ーイル) オキシ等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルケニルーオキシ基が挙げられる。

「アルキニルーオキシ基」としては、例えば、エチニルオキシ、(プロパー1ーイ ンー1ーイル) オキシ, (プロパー2ーインー1ーイル) オキシ, (ブター1ーイ ン-1-イル)オキシ、(ブタ-3-イン-1-イル)オキシ、(1-メチルプロ パ-2-1 (ペンター1ーイン-1ーイル) オキシ、(ペ ンター4ーインー1ーイル) オキシ、(ヘキサー1ーインー1ーイル) オキシ、(ヘ キサー5ーイン-1ーイル) オキシ、(ヘプター1ーイン-1ーイル) オキシ、(ヘ プター6ーインー1ーイル) オキシ、(オクター1ーインー1ーイル) オキシ、(オ クター7ーイン-1ーイル)オキシ、(ノナー1ーイン-1ーイル)オキシ、(ノ ナー8ーイン-1ーイル)オキシ、(デカー1ーイン-1ーイル)オキシ、(デカ -9-イン-1-イル)オキシ、(ウンデカ-1-イン-1-イル)オキシ、(ウ ンデカー10ーインー1ーイル)オキシ、(ドデカー1ーインー1ーイル)オキシ、 (ドデカー11-イン-1-イル)オキシ、(トリデカ-1-イン-1-イル) オ キシ、(トリデカー12-インー1-イル) オキシ、(テトラデカー1-イン-1 ーイル)オキシ、(テトラデカー13-イン-1-イル)オキシ、(ペンタデカー 1ーイン-1-イル) オキシ、(ペンタデカ-14-イン-1-イル) オキシ等の C,~C,5の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルーオキシ基が挙げられる。

「シクロアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロポキシ、シクロブトキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ、シクロへアチルオキシ、シクロオクチルオキシ等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルーオキシ基が挙げられる。「シクロアルキルーアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロピルメトキシ、1-シクロプロピルエトキシ、2-シクロプロピルエトキシ、3-シクロプロピルプロポキシ、4-シクロプロピルブトキシ、5-シクロプロピルペンチルオキシ、6-シクロプロピルへキシルオキシ、シクロプチルメトキシ、シクロブチルメトキシ、シクロブチルメトキシ、シクロブチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロボナンルオトシ、2-シクロヘキシルエトキシ、3-シクロヘキシルプロポキシ、4-シクロヘキシルブトキシ、シクロヘプチルメトキシ、シクロオクチルメトキシ、カーシクロヘキシルブトキシ、シクロヘプチルメトキシ、シクロオクチルメトキシ、6-シクロオクチルへキシルオキシ等の $C_4 \sim C_{14}$ のシクロアルキルーアルキルーオキシ基が挙げられる。

「アリールーオキシ基」としては、例えば、フェノキシ、1ーナフチルオキシ、2ーナフチルオキシ、アントリルオキシ、フェナントリルオキシ、アセナフチレニルオキシ等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールーオキシ基が挙げられる。

「アラルキルーオキシ基」としては、例えば、ベンジルオキシ、1-+フチルメトキシ、2-+フチルメトキシ、アントラセニルメトキシ、フェナントレニルメトキシ、アセナフチレニルメトキシ、ジフェニルメトキシ、1-フェネチルオキシ、2-フェネチルオキシ、1-(1-+フチル) エトキシ、1-(2-+フチル) エトキシ、2-(2-+フチル) エトキシ、3-フェニルプロポキシ、3-(1-+フチル) プロポキシ、3-(2-+フチル) プロポキシ、4-(2-+フチル) ブトキシ、4-(2-+フチル) ブトキシ、5-フェニルプトキシ、5-(1-+フチル) ベンチルオキシ、5-(1-+フチル) ペンチルオキシ、5-(1-+フチル) オキシ、5-(1-+フチル) ペンチルオキシ、1-(1-+フチル) ペンチルオキシ、1-(1-+フチル) ペンチルオキシ、1-(1-+フチル) ペンチルオキシ、1-(1-+フチル) ペンチルオキシ、1-(1-+フチル) ペキシルオキシ、1-(1-+フチル) ペキシルオキシ、1-(1-+フチル) ペキシルオキシ・1-(1-+フチル) ペキシルオキシ・1-(1-+フチル) ペキシルオキシ・1-(1-+フチル) ペキシルオキシギの1-(1-+0) ペトシルオキシ基が挙げられる。

「アルキレンジオキシ基」としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオ

キシ、1-メチルメチレンジオキシ、1, 1-ジメチルメチレンジオキシ等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルコキシ基(ハロゲン化アルキルーオキシ基)」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、クロロメトキシ、ブロモメトキシ、ヨードメトキシ、トリフルオロメトキシ、トリクロロメトキシ、2,2,2ートリフルオロエトキシ、ペンタフルオロエトキシ、3,3,3ートリフルオロプポキシ、ヘプタフルオロイソプロポキシ、ノナフルオロブドキシ、パーフルオロヘキシルオキシ等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルコキシ基が挙げられる。

「ヘテロ環ーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ーオキシ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーオキシ基、縮合多環式ヘテロアリールーオキシ基、単環式非芳香族ヘテロ環ーオキシ基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーオキシ基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールーオキシ基」としては、例えば、3ーチエニルオキシ、 (イソキサゾールー3ーイル) オキシ、(チアゾールー4ーイル) オキシ、2ーピ リジルオキシ、3ーピリジルオキシ、4ーピリジルオキシ、(ピリミジンー4ーイ ル) オキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールーオキシ基」としては、5 ーインドリルオキシ、(ベンズイミダゾールー2ーイル) オキシ、2 ーキノリルオキシ、3 ーキノリルオキシ、4 ーキノリルオキシ等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3-ピロリジニルオキシ、4-ピペリジニルオキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3-インドリニルオキシ、4-クロマニルオキシ等の基が挙げられる。

「炭化水素-スルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素-スルファニル基」としては、例えば、アルキル-スルファニル基、アルケニル-スルファニル基、アルキニル-スルファニル基、シクロアルキル-スルファニル基、シクロアルキル-スルファニル基、シクロアルキル-スルファニル基、シクロアルキル-スルファニル基等の脂肪族炭化水素-スルファニル基;アリール-スルファニル基、アラルキル-スルファニル基等が挙げられる。

「アルキルースルファニル基」としては、例えば、メチルスルファニル、エチル スルファニル、nープロピルスルファニル、イソプロピルスルファニル、nーブ チルスルファニル、イソブチルスルファニル、secーブチルスルファニル、t ertーブチルスルファニル、nーペンチルスルファニル、イソペンチルスルフ ァニル、(2-メチルブチル) スルファニル、(1-メチルブチル) スルファニル、 ネオペンチルスルファニル、(1, 2-ジメチルプロピル) スルファニル、(1-エチルプロピル) スルファニル、n-ヘキシルスルファニル、(4-メチルペンチ ル) スルファニル、(3-メチルペンチル) スルファニル、(2-メチルペンチル) スルファニル、(1-メチルペンチル) スルファニル、(3,3-ジメチルブチル) スルファニル、(2, 2-ジメチルブチル)スルファニル、(1, 1-ジメチルブ チル) スルファニル、(1, 2-ジメチルプチル) スルファニル、(1, 3-ジメ チルブチル)スルファニル、(2, 3-ジメチルブチル)スルファニル、(2-エ チルブチル)スルファニル、(1-エチルブチル)スルファニル、(1-エチル-1-メチルプロピル) スルファニル、n-ヘプチルスルファニル、n-オクチル スルファニル、nーノニルスルファニル、nーデシルスルファニル、n-ウンデ シルスルファニル、n-ドデシルスルファニル、n-トリデシルスルファニル、 n-テトラデシルスルファニル、n-ペンタデシルスルファニル等の $C_1 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキルースルファニル基が挙げられる。

「アルケニルースルファニル基」としては、例えば、ビニルスルファニル、(プロパー1-エン-1-イル) スルファニル、アリルスルファニル、イソプロペニル

スルファニル、(ブター1-エンー1-イル) スルファニル、(ブター2-エンー 1ーイル) スルファニル、(ブター3-エン-1-イル) スルファニル、(2-メ チルプロパー2-エンー1-イル) スルファニル、(1-メチルプロパー2-エン -1-イル) スルファニル、(ペンタ-1-エン-1-イル) スルファニル、(ペ ンター2ーエンー1ーイル) スルファニル、(ペンター3ーエンー1ーイル) スル ファニル、(ペンター4-エンー1ーイル) スルファニル、(3-メチルブター2 ーエンー1ーイル) スルファニル、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル) スル ファニル、(ヘキサー1-エンー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー2-エンー 1-イル) スルファニル、(ヘキサー3-エンー1-イル) スルファニル、(ヘキ サー4-エン-1-イル) スルファニル、(ヘキサー5-エン-1-イル) ズルフ アニル、(4-メチルペンター3-エン-1-イル) スルファニル、(4-メチル ペンター3ーエンー1ーイル) スルファニル、(ヘプター1ーエンー1ーイル) ス ルファニル、(ヘプター6-エンー1ーイル) スルファニル、(オクター1-エン -1-イル)スルファニル、(オクター7-エン-1-イル)スルファニル、(ノ ナー1-エンー1ーイル) スルファニル、(ノナー8-エンー1ーイル) スルファ ニル、(デカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(デカー9ーエンー1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1 0-エン-1-イル) スルファニル、(ドデカ-1-エン-1-イル) スルファニ ル、(ドデカー11-エンー1-イル) スルファニル、(トリデカー1-エンー1 ーイル)スルファニル、(トリデカー12-エンー1-イル)スルファニル、(テ トラデカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(テトラデカー13ーエンー1ー イル)スルファニル、(ペンタデカー1ーエンー1ーイル)スルファニル、(ペン タデカー14-エンー1-イル)スルファニル等のC2~C15の直鎖状又は分枝 鎖状のアルケニルースルファニル基が挙げられる。

「アルキニルースルファニル基」としては、例えば、エチニルスルファニル、(プロパー1ーインー1ーイル) スルファニル,(プロパー2ーインー1ーイル) スルファニル,(ブター3ーインー1ー

イル)スルファニル、(1-メチルプロパー2-イン-1-イル)スルファニル、 (ペンター1ーインー1ーイル) スルファニル、(ペンター4ーインー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー5ーイ ンー1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル、(ヘプター6ーイ ンー1ーイル) スルファニル、(オクター1ーインー1ーイル) スルファニル、(オ クター7ーインー1ーイル) スルファニル、(ノナー1ーインー1ーイル) スルフ ァニル、(ノナー8-インー1-イル)スルファニル、(デカー1-イン-1-イ ル)スルファニル、(デカー9ーイン-1ーイル)スルファニル、(ウンデカー1 ーイン-1-イル) スルファニル、(ウンデカー10-イン-1-イル) スルファ ニル、(ドデカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ドデカー11ーインー1 ーイル)スルファニル、(トリデカー1ーインー1ーイル)スルファニル、(トリ デカー12ーインー1ーイル) スルファニル、(テトラデカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(テトラデカー13-イン-1-イル) スルファニル、(ペンタデ カー1ーイン-1ーイル)スルファニル、(ペンタデカー14ーイン-1ーイル) スルファニル等のC2~C15の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルースルファニル 基が挙げられる。

「シクロアルキルースルファニル基」としては、例えば、シクロプロピルスルファニル、シクロブチルスルファニル、シクロペンチルスルファニル、シクロヘキシルスルファニル、シクロへプチルスルファニル、シクロオクチルスルファニル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルースルファニル基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキルースルファニル基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル) スルファニル、(1-シクロプロピルエチル) スルファニル、(2-シクロプロピルエチル) スルファニル、(3-シクロプロピルプロピル) スルファニル、(4-シクロプロピルブチル) スルファニル、(5-シクロプロピルペンチル) スルファニル、(6-シクロプロピルへキシル) スルファニル、(シクロブチルメチル) スルファニル、(シクロペンチルメチル) スルファニル、(シクロブチルメチル) スルファニル、(シクロペンチルメチル) スルファニル、(シクロペンチルメチル) スルファニル、(シクロヘキ

シルメチル)スルファニル、(2-シクロヘキシルエチル)スルファニル、(3-シクロヘキシルプロピル)スルファニル、(4-シクロヘキシルブチル)スルファニル、(5クロヘプチルメチル)スルファニル、(5クロオクチルメチル)スルファニル、(5クロオクチルメチル)スルファニル、(6-シクロオクチルヘキシル)スルファニル等の $C_4 \sim C_{14}$ のシクロアルキルーアルキルースルファニル基が挙げられる。

「アリールースルファニル基」としては、例えば、フェニルスルファニル、1ーナフチルスルファニル、2ーナフチルスルファニル、アントリルスルファニル、フェナントリルスルファニル、アセナフチレニルスルファニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールースルファニル基が挙げられる。

「アラルキルースルファニル基」としては、例えば、ベンジルスルファニル、(1ーナフチルメチル)スルファニル、(2ーナフチルメチル)スルファニル、(アントラセニルメチル)スルファニル、(フェナントレニルメチル)スルファニル、(アセナフチレニルメチル)スルファニル、(フェオントレニルメチル)スルファニル、(フェネチル)スルファニル、(1ーフェネチル)スルファニル、(1ーフェネチル)スルファニル、(1ーフェネチル)スルファニル、(1ーフチル)エチル)スルファニル、(1ーフチル)エチル)スルファニル、(2ー(1ーナフチル)エチル)スルファニル、(2ー(1ーナフチル)エチル)スルファニル、(3ーフェニルプロピル)スルファニル、(3ー(1ーナフチル)プロピル)スルファニル、(4ーフェニルブチル)スルファニル、(4ー(1ーナフチル)ブチル)スルファニル、(4ー(2ーナフチル)ブチル)スルファニル、(5ーフェニルペンチル)スルファニル、(カーフェニルブチル)スルファニル、(5ーフェニルペンチル)スルファニル、(5ーフェニルペンチル)スルファニル、(5ー(1ーナフチル)スルファニル、(6ー(1ーナフチル)ストンアニル、(6ー(1ーナフチル)ストンアニル、(6ー(1ーナフチル)ストンアニル、(6ー(1ーナフチル)ストンアニル、(6ー(2ーナフチル)へキシル)スルファニルミルシストンファニル、「カー(1ーナフチル)へキシル)スルファニル、(6ー(2ーナフチル)へキシル)スルファニルミルファニルを必ずられる。

「ハロゲン化アルキルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、(フルオロメチル) スルファニル、(ブロモメチル) スルファ

ニル、(ヨードメチル) スルファニル、(ジフルオロメチル) スルファニル、(トリフルオロメチル) スルファニル、(トリクロロメチル) スルファニル、(2, 2, 2ートリフルオロエチル) スルファニル、(ペンタフルオロエチル) スルファニル、(3, 3, 3ートリフルオロプロピル) スルファニル、(ヘプタフルオロプロピル) スルファニル、(ヘプタフルオロイソプロピル) スルファニル、(ハプタフルオロイソプロピル) スルファニル、(ノナフルオロブチル) スルファニル、(パーフルオロヘキシル) スルファニル等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキルースルファニル基が挙げられる。

「ヘテロ環ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールースルファニル基」としては、例えば、(イミダゾールー2ーイル) スルファニル、(1,2,4ートリアゾールー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー4ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールースルファニル基」としては、(ベンズイミダゾール -2-イル) スルファニル、(キノリン-2-イル) スルファニル、(キノリン-4-イル) スルファニル等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3-ピロリジニル)スルファニル、(4-ピペリジニル)スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3ーインドリニル)スルファニル、(4ークロマニル)スルファニル等の基が挙げられる。「アシル基」としては、例えば、ホルミル基、グリオキシロイル基、チオホルミル基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルファモイル基、スルフィナモ

イル基、カルボキシ基、スルホ基、ホスホノ基、及び下記式:

(式中、R^a¹及びR^b¹は、同一又は異なって、炭化水素基又はヘテロ環基を表すか、あるいはR^a¹及びR^b¹が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシル基」の定義において、

式($\omega-1$ A)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニル基」(具体例: アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、アクリロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、イソクロトノイル、シクロヘキシルカルボニル、シクロヘキシルメチルカルボニル、ベンゾイル、1-tフトイル、2-tフトイル、フェニルアセチル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニル基」(具体例: 2-tアイル、3-t0ロイル、ニコチノイル、イソニコチノイル等の基)と称する。

式(ω-2A)で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニル基」(具体例:メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、フェノキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル等の基)、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニル基」(具体例:3-ピリジルオキシカルボニル等の基)と称する。

式 (ω-3A) で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーカルボニル基」(具体例:ピルボイル等の基)、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニル基」と称する。

式 (ω-4A) で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニルーカルボニル基」(具体例:メトキサリル、エトキサリル等の基)、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル基」と称する。

式 (ω-5A)で表される基の中で、R¹が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーカルボニル基」、R¹がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 7A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニル基」と称する。

式 (ω-8A) で表される基の中で、R * 1 が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニル基」、R * 1 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニル基」と称する。

式($\omega-1$ 0A)で表される基の中で、R a 及びR b が炭化水素基である基を「N, N $^{-i}$ (炭化水素) - カルバモイル基」(具体例:N, N $^{-i}$ ジメチルカルバモイル等の基)、R a 及びR b がヘテロ環基である基を「N, N $^{-i}$ ジ (ヘテロ環) - カルバモイル基」、R a が炭化水素基でありR b がヘテロ環基である基を「N $^{-i}$ 炭化水素 $^{-i}$ 人でストーストーストロ環一置換カルバモイル基」、R a 及びR b が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニル基」(具体例:モルホリノカルボニル等の基)と称する。

式 $(\omega-11A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ A)$ で表される基の中で、 R^{*1} 及び R^{*1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイル基」、 R^{*1} 及び R^{*1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-チオカルバモイル基」、 R^{*1} が炭化水素基であり R^{*1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーチオカルバモイル基」、 R^{*1} 及び R^{*1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニル基」と称する。

式 $(\omega-13A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スル

ファモイル基」と称する。

式($\omega-1$ 4A)で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイル基」(具体例:N, N-ジメチルスルファモイル等の基)、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)スルファモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N一炭化水素-Nーヘテロ環-スルファモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニル基」(具体例:1-ピロリルスルホニル等の基)と称する。

式 $(\omega-15A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素 - スルフィナモイル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環- スルフィナモイル基」と称する。

式 $(\omega-16A)$ で表される基の中で、 R^{*1} 及び R^{*1} が炭化水素基である基を Γ N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイル基」、 R^{*1} 及び R^{*1} がヘテロ環基である基を Γ N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイル基」、 R^{*1} が炭化水素基であり R^{*1} がヘテロ環基である基を Γ Nー炭化水素 Γ Nーヘテロ環 Γ Nースルフィナモイル基」、 Γ R Γ Nーなび Γ Nー結になって、それらが結合している 室素原子と共に環状アミノ基である基を Γ 環状アミノースルフィニル基」と称する。

式 $(\omega-17A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニル基」と称する。

式($\omega-18A$)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルフィニル基」と称する。

式(ω-19A)で表される基の中で、R^{a1}及びR^{b1}が炭化水素基である基を「O,O'-ジ(炭化水素)-ホスホノ基」、R^{a1}及びR^{b1}がヘテロ環基である基を「O,O'-ジ(ヘテロ環)-ホスホノ基」、R^{a1}が炭化水素基でありR^{b1}がヘテロ環基である基を「O-炭化水素-O'-ヘテロ環-ホスホノ基」と称する。

式 (ω-20A) で表される基の中で、R^{a1}が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニル基」(具体例:メタンスルホニル、ベンゼンスルホニル等の基)、R^{a1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニル基」と称する。

式 $(\omega - 21A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニル基」具体例:メチルスルフィニル、ベンゼンスルフィニル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルフィニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「炭化水素ーカルボニル基」としては、アルキルーカルボニル基、アルケニルーカルボニル基、アルキニルーカルボニル基、シクロアルキルーカルボニル基、シクロアルケニルーカルボニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニル基、シクロアルキルーアルキルーカルボニル基等の脂肪族炭化水素ーカルボニル基;アリールーカルボニル基;アラルキルーカルボニル基;架橋環式炭化水素ーカルボニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニル基;テルペン系炭化水素ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10A)$ 乃至 $(\omega-16A)$ で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

本明細書において、ある官能基について「置換基を有していてもよい」という場合には、特に言及する場合を除き、その官能基が、化学的に可能な位置に1個又は2個以上の「置換基」を有する場合があることを意味する。官能基に存在する

WO 03/103665 PCT/JP03/07120 ---

置換基の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換 基が存在する場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。官能基に 存在する「置換基」としては、例えば、ハロゲン原子、オキソ基、チオキソ基、 ニトロ基、ニトロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、チオシアナト基、 イソシアナト基、イソチオシアナト基、ヒドロキシ基、スルファニル基、カルボ キシ基、スルファニルカルボニル基、オキサロ基、メソオキサロ基、チオカルボ キシ基、ジチオカルボキシ基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルホ基、 スルファモイル基、スルフィノ基、スルフィナモイル基、スルフェノ基、スルフ ェナモイル基、ホスホノ基、ヒドロキシホスホニル基、炭化水素基、ヘテロ環基、 炭化水素-オキシ基、ヘテロ環-オキシ基、炭化水素-スルファニル基、ヘテロ 環ースルファニル基、アシル基、アミノ基、ヒドラジノ基、ヒドラゾノ基、ジア ゼニル基、ウレイド基、チオウレイド基、グアニジノ基、カルバモイミドイル基 (アミジノ基)、アジド基、イミノ基、ヒドロキシアミノ基、ヒドロキシイミノ基、 アミノオキシ基、ジアゾ基、セミカルバジノ基、セミカルバゾノ基、アロファニ ル基、ヒダントイル基、ホスファノ基、ホスホロソ基、ホスホ基、ボリル基、シ リル基、スタニル基、セラニル基、オキシド基等を挙げることができる。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」が2個以上存在する場合、該2個以上の置換基は、それらが結合している原子と一緒になって環式基を形成してもよい。このような環式基には、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1ないし3種が1個以上含有されていてもよく、該環上には1個以上の置換基が存在していてもよい。該環は、単環式又は縮合多環式のいずれであってもよく、芳香族又は非芳香族のいずれであってもよい。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」は、該置換基上の 化学的に可能な位置で、上記「置換基」によって置換されていてもよい。置換基 の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換基で置 換される場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。そのような例

として、例えば、ハロゲン化アルキルーカルボニル基(具体例:トリフルオロアセチル等の基)、ハロゲン化アルキルースルホニル基(具体例:トリフルオロメタンスルホニル等の基)、アシルーオキシ基、アシルースルファニル基、Nー炭化水素基ーアミノ基、N,Nージ(炭化水素)ーアミノ基、Nーヘテロ環ーアミノ基、Nー炭化水素ーNーヘテロ環ーアミノ基、アシルーアミノ基、ジ(アシル)ーアミノ基等の基が挙げられる。また、上記「置換基」上での「置換」は複数次にわたって繰り返されてもよい。

「アシルーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルオキシ基、グリオキシロイルオキシ基、チオホルミルオキシ基、カルバモイルオキシ基、チオカルバモイルオキシ基、スルファモイルオキシ基、スルフィナモイルオキシ基、カルボキシオキシ基、スルホオキシ基、ホスホノオキシ基、及び下記式:

(式中、 R^{*2} 及び R^{*2} は、同一又は異なって、炭化水素基、又はヘテロ環基を表すか、あるいは R^{*2} 及び R^{*2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」の定義において、

式 $(\omega-1B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーオキシ基」 (具体例: アセトキシ、ベンゾイルオキシ等の基)、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - カルボニルーオキシ基」と称する。

式($\omega-2$ B)で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 3B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 4B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω – 5 B)で表される基の中で、R * 2 が炭化水素基である基を「炭化水素 – スルファニルーカルボニルーオキシ基」、R * 2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω - 7 B)で表される基の中で、R *2 が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニルーオキシ基」、R *2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 8B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーチオカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω - 9 B)で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N - 炭化水素 - カルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N - ヘテロ環 - カルバモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-1\ 1\ B)$ で表される基の中で、 R^{2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイルーオキシ基」、 R^{2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーオキシ基」と称する。

式($\omega-12B$)で表される基の中で、 R^{*2} 及び R^{*2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ (炭化水素) - チオカルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} がヘテロ環 基である基を「N, N-ジ (\sim テロ環) - チオカルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} が炭化水素基であり R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素- N- \sim テロ環 - チオカルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-13B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-14B)$ で表される基の中で、 R^{a2} 及び R^{b2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルファモイルーオキシ基」、 R^{a2} が炭化水素基であり R^{b2} がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素-Nーヘテロ環-スルファモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-15B)$ で表される基の中で、R * が炭化水素基である基を「N - 炭化水素- スルフィナモイル- オキシ基」、R * がヘテロ環基である基を「N - ヘテロ環- スルフィナモイル- オキシ基」と称する。

式(ω -16B)で表される基の中で、 R^{*2} 及び R^{*2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} が炭化水素基であり R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-17B)$ で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-18B)$ で表される基の中で、R 2 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルーオキシ基」、R 2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - オキシースルフィニルーオキシ基」と称する。

式(ω -19B)で表される基の中で、R $^{\circ}$ 2 及びR $^{\circ}$ 2 が炭化水素基である基を「O, O'-ジ (炭化水素) -ホスホノーオキシ基」、R $^{\circ}$ 2 及びR $^{\circ}$ 2 がヘテロ環基である基を「O, O'-ジ (ヘテロ環) -ホスホノーオキシ基」、R $^{\circ}$ 2 が炭化水素基でありR $^{\circ}$ 2 がヘテロ環基である基を「O一炭化水素置換-O'-ヘテロ環置換ホスホノーオキシ基」と称する。

式 (ω-20B) で表される基の中で、R * 2 が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニルーオキシ基」、R * 2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニ ルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 2 1 B)$ で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルフィニルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルーオキシ基」と称する。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「炭化水素 - カルボニルーオキシ基」としては、アルキルーカルボニルーオキシ基、アルケニルーカルボニルーオキシ基、アルキニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーカルボニルーオキシ基、シクロアルケニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーカルボニルーオキシ基等の脂肪族炭化水素 - カルボニルーオキシ基;アリールーカルボニルーオキシ基;アラルキルーカルボニルーオキシ基;架橋環式炭化水素 - カルボニルーオキシ基;スピロ環式炭化水素 - カルボニルーオキシ基;テルペン系炭化水素 - カルボニルーオキシ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10B)$ 乃至 $(\omega-16B)$ で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」、「炭化水素-オキシ基」、及び「ヘテロ環-オキシ基」 を総称して、「置換オキシ基」と称する。また、これら「置換オキシ基」と「ヒドロキシ基」を総称して、「置換基を有していてもよいヒドロキシ基」と称する。

「アシルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「アシル 基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルスルファニル基、グリオキシ ロイルスルファニル基、チオホルミルスルファニル基、カルバモイルスルファニ ル基、チオカルバモイルスルファニル基、スルファモイルスルファニル基、スル フィナモイルスルファニル基、カルボキシスルファニル基、スルホスルファニル

基、ホスホノスルファニル基、及び下記式:

(式中、R^{a3}及びR^{b3}は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a3}及びR^{b3}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していて

もよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」の定義において、

式 $(\omega-1\ C)$ で表される基の中で、 R^{*3} が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルースルファニル基」、 R^{*3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-2C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-3C) で表される基の中で、R³が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーカルボニルースルファニル基」、R³がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-カルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-4\,C)$ で表される基の中で、 $R^{a\,3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-5 C) で表される基の中で、R * 3 が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーカルボニルースルファニル基」、R * 3 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-6\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 7 C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-8C) で表される基の中で、R³が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニルースルファニル基」、R³がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 9C)$ で表される基の中で、 R^{43} が炭化水素基である基を「N - 炭化水

素ーカルバモイルースルファニル基」、R * 3 がヘテロ環基である基を「N ーヘテロ環ーカルバモイルースルファニル基」と称する。

式($\omega-1$ 1 C)で表される基の中で、 R^{*3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイルースルファニル基」、 R^{*3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ C)$ で表される基の中で、 $R^{a\ 3}$ 及び $R^{b\ 3}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\ 3}$ 及び $R^{b\ 3}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-チオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\ 3}$ が炭化水素基であり $R^{b\ 3}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素ーN-ヘテロ環-チオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\ 3}$ 及び $R^{b\ 3}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式($\omega-1$ 3C)で表される基の中で、 R^{*3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルースルファニル基」、 R^{*3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-14C)$ で表される基の中で、 R^{*3} 及び R^{*3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイルースルファニル基」、 R^{*3} 及び R^{*3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルファモイルースルフィニル基」、 R^{*3} が炭化水素基であり R^{*3} がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素 - Nーヘテロ環スルファモイルースルファニル基」、 R^{*3} 及び R^{*3} が一緒になって、それら

が結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-15C)$ で表される基の中で、 R^{*3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイル-スルファニル基」、 R^{*3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-16C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイル-スルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイル-スルファニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル-スルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルファニル-スルファニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-17C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-18C)$ で表される基の中で、 R^{*3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルースルファニル基」、 R^{*3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルフィニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-19C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「O,O'ージ(炭化水素) -ホスホノースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「O,O'ージ(ヘテロ環) -ホスホノースルファニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「Oー炭化水素-0'ーヘテロ環ーホスホノースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 20C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ース ルホニルースルファニル基」と称する。

式(ω-21C)で表される基の中で、R * 3 が炭化水素基である基を「炭化水素

ースルフィニルースルファニル基」、R *3がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルースルファニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「炭化水素-カルボニルースルファニル基」としては、アルキルーカルボニルースルファニル基、アルケニルーカルボニルースルファニル基、アルケニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基;アリールーカルボニルースルファニル基;アラルキルーカルボニルースルファニル基;架橋環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基;アラルキーカルボニルースルファニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基;アルペン系炭化水素ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基も同様である。

上記式($\omega-10C$)乃至($\omega-16C$)で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」、「炭化水素ースルファニル基」、及び「ヘテロ環ースルファニル基」を総称して、「置換スルファニル基」と称する。また、これら「置換スルファニル基」と「スルファニル基」を総称して、「置換基を有していてもよいスルファニル基」と称する。

「Nー炭化水素-アミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、Nーアルキルーアミノ基、Nーアルキニルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーフリールーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアラルキルーアミノ基等が挙げられる。

「N-rルケニルーアミノ基」としては、例えば、ビニルアミノ、(プロパー1ーエンー1ーイル) アミノ、アリルアミノ、イソプロペニルアミノ、(ブター1ーエンー1ーイル) アミノ、(ブター2ーエンー1ーイル) アミノ、(ブター3ーエンー1ーイル) アミノ、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル) アミノ、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター1ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター2ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター3ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)

1ーイル) アミノ、(3ーメチルブター3ーエン-1ーイル) アミノ、(ヘキサー 1-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ-2-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ -3-エン-1-イル)アミノ、(ヘキサー4-エン-1-イル)アミノ、(ヘキ サー5-エンー1-イル) アミノ、(4-メチルペンター3-エンー1-イル) ア ミノ、(4-メチルペンター3-エン-1-イル)アミノ、(ヘプター1-エンー 1ーイル) アミノ、(ヘプター6-エンー1ーイル) アミノ、(オクター1-エン -1-イル)アミノ、(オクター7-エン-1-イル)アミノ、(ノナー1-エン -1-イル) アミノ、(ノナー8-エン-1-イル) アミノ、(デカー1-エン-1ーイル) アミノ、(デカー9ーエン-1ーイル) アミノ、(ウンデカー1ーエン -1-イル) アミノ、(ウンデカー10-エン-1-イル) アミノ、(ドデカー1 ーエンー1ーイル)アミノ、(ドデカー11ーエンー1ーイル)アミノ、(トリデ カー1ーエンー1ーイル)アミノ、(トリデカー12ーエンー1ーイル)アミノ、 (テトラデカー1-エンー1-イル) アミノ、(テトラデカー13-エンー1-イ ル) アミノ、(ペンタデカー1ーエン-1-イル) アミノ、(ペンタデカー14-エンー1ーイル)アミノ等の C_2 ~ C_{15} の直鎖状又は分枝鎖状のN-アルケニル ーアミノ基が挙げられる。

「N-Pルキニルーアミノ基」としては、例えば、エチニルアミノ、(プロパー1 ーインー1ーイル) アミノ,(プロパー2ーインー1ーイル) アミノ,(ブター1 ーインー1ーイル) アミノ、(ブター3 ーインー1ーイル) アミノ、(1ーメチル プロパー2ーインー1ーイル) アミノ、(ペンター1ーインー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーインー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーインー1ーイル) アミノ、(ヘキサー1ーインー1ーイル) アミノ、(ヘキサー5ーインー1ーイル) アミノ、(ヘプター1ーインー1ーイル) アミノ、(オクター1ーインー1ーイル) アミノ、(オクター7ーインー1ーイル) アミノ、(オクター7ーインー1ーイル) アミノ、(ナー8ーインー1ーイル) アミノ、(デカー1ーインー1ーイル) アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル) アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル) アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル) アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル) アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル) アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル) アミノ、(ヴンデカー10ーインー1ーイル) アミノ、(ヴ

(ドデカー11ーインー1ーイル) アミノ、(トリデカー1ーインー1ーイル) アミノ、(トリデカー12ーインー1ーイル) アミノ、(テトラデカー12ーインー11ーイル) アミノ、(テトラデカー13ーインー1ーイル) アミノ、(ペンタデカー11ーインー1ーイル) アミノ、(ペンタデカー14ーインー11ーイル) アミノ等の 15の直鎖状又は分枝鎖状の17ーアンキニルーアミノ基が挙げられる。

「N-シクロアルキルーアミノ基」としては、例えば、シクロプロピルアミノ、シクロブチルアミノ、シクロペンチルアミノ、シクロへキシルアミノ、シクロへプチルアミノ、シクロオクチルアミノ等の $C_3\sim C_8$ のN-シクロアルキルーアミノ基が挙げられる。

「N-シクロアルキルーアルキルーアミノ基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル) アミノ、(1-シクロプロピルエチル) アミノ、(2-シクロプロピルエチル) アミノ、(3-シクロプロピルプロピル) アミノ、(4-シクロプロピルプロピル) アミノ、(4-シクロプロピルプロピル) アミノ、(5-シクロプロピルペンチル) アミノ、(5-シクロプロピルペンチル) アミノ、(5-シクロプロピルペンチル) アミノ、(5-0クロプチルメチル) アミノ、(5-0クロプチルメチル) アミノ、(5-0クロペンチルメチル) アミノ、(5-0クロペンチルメチル) アミノ、(5-0クロペンチルメチル) アミノ、(5-0クロペンチルメチル) アミノ、(5-0クロペナシルエチル) アミノ、(5-0クロペプチルメチル) アミノ、(5-0クロペプチルメチル) アミノ、(5-0クロペプチルメチル) アミノ、(5-0クロペプチルメチル) アミノ、(5-0クロオクチルペキシル) アミノ、(5-00 ロオクチルメチル) アミノ、(5-00 ロオクチルペキシル) アミノ等の5-1

「N-アリールーアミノ基」としては、例えば、フェニルアミノ、1-ナフチルアミノ、2-ナフチルアミノ、アントリルアミノ、フェナントリルアミノ、アセナフチレニルアミノ等の $C_6\sim C_{14}$ のN-モノーアリールアミノ基が挙げられる。「N-アラルキルーアミノ基」としては、例えば、ベンジルアミノ、(1-ナフチルメチル)アミノ、(2-ナフチルメチル)アミノ、(アントラセニルメチル)アミノ、(フェナントレニルメチル)アミノ、(アセナフチレニルメチル)アミノ、(ジフェニルメチル)アミノ、(1-フェネチル)アミノ、(2-フェネチル)アミノ、(2-フェネチル)アミノ、(2-フェネチル)アミノ、(2-フェネチル)アミノ、(2-フェネチル)アミノ、(2-フェネチル)アミノ

> J、(1-(1-t)7+u) x+y) y> J、(1-(2-t)7+u) x+y) y> J、(2-(1-t)7+u) y> J、(2-(2-t)7+u) y> J y> J、(2-(2-t)7+u) y> J y

「N, N-ジ (炭化水素) -アミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、N, N-ジメチルアミノ、N, N-ジエチルアミノ、N-エチルーN-メチルアミノ、N, Nージーn-プロピルアミノ、N, Nージイソプロピルアミノ、N-アリルーN-メチルアミノ、Nージシクロへはプロパー2ーインー1ーイル) -N-メチルアミノ、N, N-ジシクロへキシルアミノ、N-シクロへキシルメチルアミノ、N-シクロへキシルメチルアミノ、N-ジフェニルアミノ、N-メチルーN-フェニルアミノ、N, N-ジベンジルアミノ、N-ベンジルーN-メチルアミノ等の基が挙げられる。

「Nーヘテロ環ーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つ水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、例えば、(3ーピロリジニル) アミノ、(4ーピペリジニル) アミノ、(2ーテトラヒドロピラニル) アミノ、(3ーインドリニル) アミノ、(4ークロマニル) アミノ、(3ーチエニル) アミノ、(3ーピリジル) アミノ、(3ーキノリル) アミノ、(5ーインドリル) アミノ等の基が挙げられる。「Nー炭化水素ーNーヘテロ環ーアミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」及び「ヘテロ環基」で1つずつ置換された基が挙げられ、例えば、NーメチルーNー(4ーピペリジニル) アミノ、Nー (4ークロマニル) ーNーメチルアミノ、NーメチルーNー(3ーチエニル) アミノ、Nーメチルー

N-(3-ピリジル) アミノ、N-メチル-N-(3-キノリル) アミノ等の基が挙げられる。

「アシルーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「アシル基」 で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルアミノ基、グリオキシロイルアミ ノ基、チオホルミルアミノ基、カルバモイルアミノ基、チオカルバモイルアミノ 基、スルファモイルアミノ基、スルフィナモイルアミノ基、カルボキシアミノ基、 スルホアミノ基、ホスホノアミノ基、及び下記式:

(式中、R*4及びR*4は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR*4及びR*4が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」の定義において、

式($\omega-1$ D)で表される基の中で、 R^{44} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーアミノ基」、 R^{44} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-2D) で表される基の中で、R * * が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニルーアミノ基」、R * * がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-オキシーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-3D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーカルボニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式(ω-4D)で表される基の中で、R*4が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」、R*4がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-6D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-チオカルボニル-アミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-チオカルボニル-アミノ基」と称する。

式 (ω-7D) で表される基の中で、R°4が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーチオカルボニルーアミノ基」、R°4がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-8D) で表される基の中で、R⁴が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニルーアミノ基」、R⁴がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 9D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N - 炭化水素 - カルバモイル基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N - ヘテロ環 - カルバモ

イルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-10D)$ で表される基の中で、 R^a 4及び R^b 4が炭化水素基である基を「N, N-9(炭化水素) -カルバモイルーアミノ基」、 R^a 4及び R^b 4がヘテロ環基である基を「N, N-9(ヘテロ環) -カルバモイルーアミノ基」、 R^a 4が炭化水素基であり R^b 4がヘテロ環基である基を「N-炭化水素 - N-ヘテロ環ーカルバモイルーアミノ基」、 R^a 4及び R^b 4が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルーアミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 1D)で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル-アミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル-アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 2D)で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -チオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -チオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基であり R^4 がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-13D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイル-アミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイル-アミノ基」と称する。

式 $(\omega-14D)$ で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「ジ (炭化水素)スルファモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基 を「N, Nージ(ヘテロ環)スルファモイルーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基で あり R^4 がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイ ルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 が一緒になって、それらが結合している窒素原子 と共に環状アミノ基である基を「環状アミノ-スルホニルーアミノ基」と称する。 式($\omega-15D$)で表される基の中で、R a 4 が炭化水素基である基を「N $^-$ 炭化水素 $^-$ スルフィナモイルーアミノ基」、R a 4 がヘテロ環基である基を「N $^-$ ヘテロ環 $^-$ スルフィナモイルーアミノ基」と称する。;式($\omega-16D$)で表される基の中で、R a 4 及びR b 4 が炭化水素基である基を「N, N $^-$ ジ(炭化水素) $^-$ スルフィナモイルーアミノ基」、R a 4 及びR b 4 がヘテロ環基である基を「N, N $^-$ ジ(ヘテロ環) $^-$ スルフィナモイルーアミノ基」、R a 4 が炭化水素基であり R b b がヘテロ環基である基を「N $^-$ 炭化水素 $^-$ スルフィナモイルーアミノ基」、R a 4 が炭化水素基であり R b a が $^+$ で $^+$ で $^+$ スルフィナモイルーアミノ基」、R a 4 及び R b 4 が $^+$ 結になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-17D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ー オキシースルホニルーアミノ基」と称する。

式 ($\omega-18D$) で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - オキシースルフィニルーアミノ基」と称する。

式(ω -19D)で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「O, O' -ジ(炭化水素) -ホスホノーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基を「O, O' -ジ(ヘテロ環) -ホスホノーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基であり R^4 がヘテロ環基である基を「O一炭化水素-O' -ヘテロ環ーホスホノーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-20D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルホニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルホニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-21D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルフィニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルーアミノ基」と称する。

上記式($\omega-1$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基における「炭化水素」とし

では、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式(ω -1 D)で表される「炭化水素-カルボニルーアミノ基」としては、アルキルーカルボニルーアミノ基、アルケニルーカルボニルーアミノ基、アルキニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルケニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルケニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルキルーカルボニルーアミノ基等の脂肪族炭化水素ーカルボニルーアミノ基;アリールーカルボニルーアミノ基;アラルキルーカルボニルーアミノ基;架橋環式炭化水素ーカルボニルーアミノ基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルーアミノ基;テルペン系炭化水素ーカルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式(ω -2 D)乃至(ω -2 1 D)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ D)で表される「ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基も同様である。

上記式 ($\omega-10D$) 乃至 ($\omega-16D$) で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

「ジ (アシル) -アミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、上記「置換基を有していてもよい」の「置換基」の定義における「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ジ (ホルミル) -アミノ基、ジ (グリオキシロイル) -アミノ基、ジ (チオホルミル) -アミノ基、ジ (カルバモイル) -アミノ基、ジ (チオカルバモイル) -アミノ基、ジ (スルファモイル) -アミノ基、ジ (スルフィナモイル) -アミノ基、ジ (カルボキシ) -アミノ基、ジ (スルホ) -アミノ基、ジ (ホスホノ) -アミノ基、及び下記式:

PCT/JP03/07120

$$\begin{array}{c} -N \begin{pmatrix} c - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 2 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - S - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 7 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - S - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 8 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 0 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 1 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 2 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 7 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 8 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 8 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 8 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 8 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 8 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} c - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega$$

(式中、R^{a5}及びR^{b5}は、同一又は異なって、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a5}及びR^{b5}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基があげられる上記「ジ (アシル) -アミノ基」の定義において、

式($\omega-1E$)で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素

-カルボニル) -アミノ基」、R^{a5}がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-カルボニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 2E)$ で表される基で、 R^{5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 -オキシーカルボニル) -アミノ基」、 R^{5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーオキシーカルボニル)-アミノ基」と称する。

式 (ω-3E) で表される基で、R * 5 が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 - カルボニル-カルボニル) - アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-カルボニル-カルボニル) - アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 4E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーカルボニルーカルボニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-5E) で表される基で、R * 5 が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 -スルファニルーカルボニル) -アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-スルファニルーカルボニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 6E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 - チオカルボニル) - アミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ 環ーチオカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 7E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーチオカルボニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環- オキシーチオカルボニル)- アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 8E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 -スルファニルーチオカルボニル) -アミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 9E)$ で表される基で、 R^{65} が炭化水素基である基を「ビス (N -炭化水素-カルバモイル)アミノ基」、 R^{65} がヘテロ環基である基を「ビス (N -ヘテロ環-カルバモイル)-アミノ基」と称する。

式(ω-10E)で表される基で、R * 5 及びR b 5 が炭化水素基である基を「ビス

[N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル] -アミノ基」、R*5及びRb5がヘテロ環基である基を「ビス[N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル] -アミノ基」、R*5が炭化水素基でありRb5がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイル) -アミノ基」、R*5及びRb5が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノーカルボニル) -アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 1 E)で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス (N-炭化水素-チオカルバモイル) -アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-チオカルバモイル) -アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 2 E)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス $[N, N-\bar{\upsilon}$ (炭化水素)- チオカルバモイル] - アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が ヘテロ環基である基を「ビス $[N, N-\bar{\upsilon}$ (ヘテロ環)- チオカルバモイル] - アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス $(N-\bar{\upsilon})$ 以上である基を「ビス $(N-\bar{\upsilon})$ 以上である基を「ビス $(N-\bar{\upsilon})$ 以上である基を「ビス $(N-\bar{\upsilon})$ ない。それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス $(\bar{\upsilon})$ ない。「環状アミノーチオカルボニル)- アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 3 E)で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(N-炭化水素-スルファモイル)-アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(N-0トラロ環-スルファモイル)-アミノ基」と称する。

式 (ω-14E)で表される基で、R * 5 及びR b 5 が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ (炭化水素) - スルファモイル] - アミノ基」、R * 5 及びR b 5 がへ テロ環基である基を「ビス [N, N-ジ (ヘテロ環) - スルファモイル] - アミノ基」、R * 5 が炭化水素基であり R b 5 がヘテロ環基である基を「ビス (N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイル) - アミノ基」、R * 5 及び R b 5 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス (環状アミノースルホニル) - アミノ基」と称する。

式($\omega-15E$)で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス (N-炭

化水素 - スルフィナモイル) - アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-スルフィナモイル) - アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 7E)で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ーオキシースルホニルー)アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーオキシースルホニル)ーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-18E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ーオキシースルフィニル)ーアミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーオキシースルフィニル)ーアミノ基」と称する。

式($\omega-19E$)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [O, O'ージ(炭化水素)ーホスホノ]ーアミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} がヘテロ 環基である基を「ビス [O, O'ージ(ヘテロ環)ーホスホノ]ーアミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス(Oー炭化水素-0・ーヘテロ環ーホスホノ)ーアミノ基」と称する。

式($\omega-20E$)で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素-スルホニル)ーアミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ースルホニル)ーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 21E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素-スルフィニル) -アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ースルフィニル) -アミノ基」と称する。

上記式 $(\omega-1E)$ 乃至 $(\omega-21E)$ で表される基における「炭化水素」とし

ては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ E)で表される「ビス(炭化水素-カルボニル)-アミノ基」としては、ビス(アルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(アルケニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(アルキニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーアルキルーカルボニル)-アミノ基等のビス(脂肪族炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(アリールーカルボニル)-アミノ基;ビス(アラルキルーカルボニル)-アミノ基;ビス(アリールーカルボニル)-アミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(アルペン系炭化水素-カルボニル)-アミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ E)乃至($\omega-2$ 1 E)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ E)で表される「ビス(ヘテロ環ーカルボニル)ーアミノ基」としては、例えば、ビス(単環式ヘテロアリールーカルボニル)ーアミノ基、ビス(縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル)ーアミノ基、ビス(単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)アミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ E)乃至($\omega-2$ 1 E)で表される基も同様である。上記式($\omega-1$ 0 E)乃至($\omega-1$ 6 E)で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」及び「ジ (アシル) ーアミノ基」を総称して、「アシル 置換アミノ基」と称する。また、上記「Nー炭化水素-アミノ基」、「N, Nージ (炭化水素) ーアミノ基」、「Nーヘテロ環-アミノ基」、「Nー炭化水素-Nーヘテロ環-アミノ基」、「環状アミノ基」、「アシルーアミノ基」、及び「ジ (アシル) ーアミノ基」を総称して、「置換アミノ基」と称する。

以下、上記一般式 (I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、(I-4) で表される

化合物について具体的に説明する。

Xの定義における「主鎖の原子数が 2 ないし 5 である連結基」とは、環 Z と E の間に、主鎖の原子が 2 ないし 5 個連なっている連結基を意味する。上記「主鎖の原子数」は、ヘテロ原子の有無に関わらず、環 Z と E との間に存在する原子の数が最小となるように数えるものとする。例えば、 1 、 2 -

上記「主鎖の原子数が 2 ないし 5 である連結基」は、下記 2 価基群 $\zeta-1$ より選択される基 1 個で形成されるか、或いは、下記 2 価基群 $\zeta-2$ より選択される基 1 ないし 4 種が 2 ないし 4 個結合して形成される。

[2価基群 ζ-1] 下記式:

[2価基群 \ \ - 2] 下記式:

該2価基が2個以上結合する場合、各基は同一であっても異なっていてもよい。 上記「主鎖の原子数が2ないし5である連結基」としては、好適には、下記連結 基群αより選択される基である。

[連結基群α] 下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する) 最も好適には、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する)で表される基である。

「主鎖の原子数が 2 ないし 5 である連結基」の定義における「該連結基は置換基を有していてもよい」の置換基としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられ、好適には、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基であり、さらに好適には、メチル基である。該置換基は、環Z 又はE が有する置換基と一緒になって、それらが結合している原子と共に、置換基を有していてもよい環式基を形成してもよい。このような例としては、一般式(I)で表される化合物が、下記式:

である化合物が挙げられる。

上記一般式(I)において、Aとしては、水素原子又はアセチル基を挙げることができ、好適には水素原子である。

環Zの定義における「式-O-A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「アレーン」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素が挙げられ、例えば、ベンゼン環、ナフタレン環、アンラセ

ン環、フェナントレン環、アセナフチレン環等が挙げられる。好適には、ベンゼン環、ナフタレン環等の $C_6 \sim C_{10}$ のアレーンであり、さらに好適には、ベンゼン環及びナフタレン環であり、最も好適には、ベンゼン環である。

上記環 Z の定義における「式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式 — O — A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 — X — E(式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式 — O — A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 — X — E(式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、好適には、「式 — O — A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 — X — E(式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に 1 ないし 3 個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式 — O — A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 — X — E(式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に 1 個の置換基を有するベンゼン環」である。このとき、該置換基としては、好適には、下記「置換基群 γ — 1 z 」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t — プチル基 〔(1, 1 — ジメチル)エチル基〕であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群 γ - 1 z] ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、メトキシ基、メチル基、イソプロピル基、tertーブチル基、1, 1, 3, 3 - テトラメチルブチル基、2 - フェニルエテン-1 - イル基、2, 2 - ジシアノエテン-1 - イル基、2 - シアノ-2 - (メトキシカルボニル) エテン-1 - イル基、2 - カルボキシ-2 - シアノエテン-1 - イル基、エチニル基、フェニルエチニ

ル基、(トリメチルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロ エチル基、フェニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロ フェニル基、2,4ージフルオロフェニル基、2ーフェネチル基、1ーヒドロキ シエチル基、1-(メトキシイミノ) エチル基、1-「(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2-チエニル基 [チオフェン-2-イル基]、3-チエニル基 [チオフ エンー3-イル基]、1-ピロリル基[ピロールー1-イル基]、2-メチルチア ゾールー4ーイル基、イミダゾ [1, 2ーa] ピリジンー2ーイル基、2ーピリ ジル基 [ピリジン-2-イル基]、アセチル基、イソブチリル基、ピペリジノカル ボニル基、4 -ベンジルピペリジノカルボニル基、(ピロールー1 - イル) スルホ ニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、N-[3, 5-ビス (トリフル オロメチル)フェニル]カルバモイル基、N, N-ジメチルカルバモイル基、ス ルファモイル基、N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]スルフ アモイル基、N,Nージメチルスルファモイル基、アミノ基、N,Nージメチル アミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、 ベンゼンスルホニルアミノ基、3ーフェニルウレイド基、(3ーフェニル) チオウ レイド基、(4-ニトロフェニル)ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル]フェニル}ジアゼニル基

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、該置換基が1個であり、一般式(I)における環Zを含む下記部分構造式(I2-1):

が下記式 (Iz-2):

$$(1 z-2)$$

で表される場合のR*の位置に存在することが最も好ましい。このとき、該置換基をR*と定義することができる。R*としては、好適には、下記「置換基群 γ – 2 z 」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t - τ チル基であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群γ-2 z] ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メトキシ基、メチル 基、イソプロピル基、tert-ブチル基、1,1,3,3-テトラメチルブチ ル基、2-フェニルエテン-1-イル基、2,2-ジシアノエテン-1-イル基、 2-シアノ-2-(メトキシカルボニル) エテン-1-イル基、2-カルボキシ -2-シアノエテン-1-イル基、エチニル基、フェニルエチニル基、(トリメチ ルシリル)エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、フェ ニル基、4 - (トリフルオロメチル) フェニル基、4 - フルオロフェニル基、2 , 4-ジフルオロフェニル基、2-フェネチル基、1-ヒドロキシエチル基、1-(メトキシイミノ) エチル基、1-[(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2-チエニル基、3-チエニル基、1-ピロリル基、2-メチルチアゾールー4-イ ル基、イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-2-イル基、2-ピリジル基、アセチ ル基、イソブチリル基、ピペリジノカルボニル基、4-ベンジルピペリジノカル ボニル基、(ピロール-1-イル) スルホニル基、カルボキシ基、メトキシカルボ ニル基、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル基、 N, N-ジメチルカルバモイル基、スルファモイル基、N-[3,5-ビス(ト リフルオロメチル) フェニル] スルファモイル基、N, Nージメチルスルファモ イル基、アミノ基、N、N-ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイル アミノ基、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基、3-フェ

ニルウレイド基、(3-フェニル) チオウレイド基、(4-ニトロフェニル) ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル] フェニル} ジアゼニル基

上記環 Z の定義における「式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン」が「式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいナフタレン環」である場合、好適には、ナフタレン環である。

環Zの定義における「式-O-A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置 換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「ヘテロアレーン」としては、環系 を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択 されたヘテロ原子1ないし3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式芳香 族複素環が挙げられ、例えば、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾ ール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール 環、ピラゾール環、1,2,3-オキサジアゾール環、1,2,3-チアジアゾ ール環、1,2,3ートリアゾール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン 環、ピラジン環、1, 2, 3ートリアジン環、1, 2, 4ートリアジン環、1H ーアゼピン環、1,4ーオキセピン環、1,4ーチアゼピン環、ベンゾフラン環、 イソベンゾフラン環、ベンゾ〔b〕チオフェン環、ベンゾ〔c〕チオフェン環、 インドール環、2Hーイソインドール環、1H-インダゾール環、2H-インダ ゾール環、ベンゾオキサゾール環、1.2-ベンゾイソオキサゾール環、2.1 一ベンゾイソオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、1,2ーベンゾイソチアゾ ール環、2, 1-ベンゾイソチアゾール環、1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾー ル環、2,1,3-ベンゾオキサジアゾール環、1,2,3-ベンゾチアジアゾ ール環、2, 1, 3-ベンゾチアジアゾール環、1H-ベンゾトリアゾール環、

2Hーベンゾトリアゾール環、キノリン環、イソキノリン環、シンノリン環、キナゾリン環、キノキサリン環、フタラジン環、ナフチリジン環、1H-1, 5-ベンゾジアゼピン環、カルバゾール環、 α -カルボリン環、 β -カルボリン環、 γ -カルボリン環、アクリジン環、フェノキサジン環、フェノチアジン環、フェナジン環、フェナントリジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、インドリジン環、フェノキサチイン環等の5ないし14員の単環式又は縮合多環式芳香族複素環が挙げられる。好適には、5ないし13員の単環式又は縮合多環式芳香族複素環であり、さらに好適には、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環である。

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 – X – E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいへテロアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子である。

Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」の「アリール基」としては、上記「炭化水素基」の定義における「アリール基」と同様の基が挙げられ、好適には、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基等の $C_6\sim C_{10}$ のアリール基であり、最も好適には、フェニル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」の「置換基」と しては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の 基が挙げられる。該置換基のアリール基上での置換位置は特に限定されず、該置 換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「置換基を有していてもよいフェニル基」である場合、好適には、「モノ置換フェニル基」、「ジ 置換フェニル基」、及び「3個以上の置換基を有するフェニル基」であり、更に好 適には、「ジ置換フェニル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「ジ置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-1$ e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta - 1e$] 3, $5 - \forall \lambda$ (トリフルオロメチル)フェニル基、3, 4 -プロピレンジオキシフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、2,4-ジヒ ドロキシフェニル基、2,5-ジメトキシフェニル基、2-クロロ-5-(トリ フルオロメチル)フェニル基、3,5ービス[(1,1ージメチル)エチル]フェ ニル基、2,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ークロロー2ー(ト リフルオロメチル) フェニル基、2-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)フ ェニル基、4-フルオロー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-クロロ - 3 - (トリフルオロメチル) フェニル基、 3 - フルオロー 5 - (トリフルオロ メチル)フェニル基、3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2 -フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-ニトロ-3-(トリ フルオロメチル)フェニル基、2-ニトロー5- (トリフルオロメチル)フェニ ル基、4-シアノー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-メチルー3-(トリフルオロメチル) フェニル基、4-メチル-3-(トリフルオロメチル) フェニル基、2-メチル-5- (トリフルオロメチル) フェニル基、4-メトキ シー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メトキシー5-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2-メチルスルファニル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-モルホリノー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - クロロー4 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3,

5-ジフルオロフェニル基、3,5-ジニトロフェニル基、2,5-ビス[(1, 1-ジメチル) エチル] フェニル基、5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メトキシフェニル基、3,5-ジメチルフェニル基、4-メトキシビフェニルー 3-イル基、3,5-ジメトキシフェニル基、3,5-ビス(メトキシカルボニ ル)フェニル基、2-ブロモー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メ トキシカルボニルー5ー (トリフルオロメチル) フェニル基、3ーカルボキシー 5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2-ナフチルオキシ)-5-(ト リフルオロメチル) フェニル基、2-(2,4-ジクロロフェノキシ) -5- (ト リフルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン -1-イル] -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-(2, 2, 2-ト リフルオロエトキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2-メ トキシフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-クロ ロー3,5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2-ピペリジノー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メチルフ ェノキシ) -5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2-(4-クロロフェノ キシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、3,5-ジカルボキシフェニ ル基、5-イソプロピル-2-メチルフェニル基、2,5-ジエトキシフェニル 基、2、5ージメチルフェニル基、5ークロロー2ーシアノ基、5ージエチルス ルファモイルー2ーメトキシフェニル基、2ークロロー5ーニトロフェニル基、 2-メトキシ-5- (フェニルカルバモイル) フェニル基、5-アセチルアミノ ー2-メトキシフェニル基、5-メトキシー2-メチルフェニル基、2,5-ジ ブトキシフェニル基、2,5-ジイソペンチルオキシ基、5-カルバモイル-2 ーメトキシフェニル基、5ー [(1, 1ージメチル) プロピル] ー 2 – フェノキシ フェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メタンスルホニル基、5-(2,2-ジ メチルプロピオニル) -2-メチルフェニル基、5-メトキシ-2-(1-ピロ リル)フェニル基、5-クロロ-2- (p-トルエンスルホニル)フェニル基、 2-クロロ-5- (p-トルエンスルホニル)フェニル基、2-フルオロ-5-

メタンスルホニル基、2ーメトキシー5-フェノキシ基、4-メチルビフェニル -3-イル基、2-メトキシ-5-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニ ル基、5-モルホリノー2-ニトロフェニル基、5-フルオロー2- (1-イミ ダブリル)フェニル基、2-ブチル-5-ニトロフェニル基、5-[(1, 1-ジ メチル)] プロピルー2ーヒドロキシフェニル基、2ーメトキシー5ーメチルフェ ニル基、2,5-ジフルオロフェニル基、4-イソプロピル-2-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2-ニトロー4- (トリフルオロメチル)フェニル基、 4-プロモー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-ブロモー2-(トリ フルオロメチル)フェニル基、2ーブロモー4ー (トリフルオロメチル)フェニ ル基、4-フルオロ-2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-イソプロポ キシー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-シアノ-2-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2,6-ジイソプロピルフェニル基、2,6-ジメチル フェニル基、3,4ージメチルフェニル基、2,4ージクロロフェニル基、2, 3-ジメチルフェニル基、インダン-5-イル基、2,4-ジメチルフェニル基、 2, 6-ジクロロフェニル基、4-ブロモー2-(トリフルオロメトキシ)フェ ニル基、3,4-エチレンジオキシフェニル基、3-クロロー4-シアノフェニ ル基、3-クロロ-4-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、2-クロロ-4 ーシアノフェニル基、2,3ージクロロフェニル基、4ーイソプロピルー3ーメ チルフェニル基、4-[(1,1-ジメチル)プロピル]-2-ヒドロキシフェニ ル基、3-クロロー2-シアノフェニル基、2-シアノー4-メチルフェニル基、 2, 2-ジフルオロー1, 3-ベンゾジオキソールー4-イル基、2, 2, 3, 3-テトラフルオロ-1, 4-ベンゾジオキセン-5-イル基、3-クロロ-4 - (トリフルオロメチルスルファニル)フェニル基、2-ニトロー4- (トリフ ルオロメトキシ)フェニル基、2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソー ルー5-イル基、2-メチル-4- (トリフルオロメトキシ) フェニル基、4-ブロモー2ーフルオロフェニル基、2,4ービス(メタンスルホニル)フェニル 基、2,2,3,3ーテトラフルオロー1,4ーベンゾジオキセンー6ーイル基、

2ーベンゾイルー4ークロロフェニル基、2ープロモー4ーフルオロフェニル基、3,4ージメトキシフェニル基、3,4ージフルオロフェニル基、3ークロロー4ーメトキシフェニル基、2ークロロー4ーニトロフェニル基、2,4ージフルオロフェニル基、2ーベンゾイルー5ーメチルフェニル基、2ープロモー4ー(トリフルオロメトキシ)フェニル基、3,4ージへキシルオキシフェニル基、2,4ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーシアノー2ー(トリフルオロメトキシ)フェニル基、2ー(4ーシアノフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ー(4ーメトキシフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ー(4ーメトキシフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「ジ置換フェニル基」である場合、更に好適には、「2,5-ジ置換フェニル基」及び「3,5-ジ置換フェニル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「2,5-ジ 置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ -2e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ - 2 e] 2, 5 - i j j j j j n + i j j n + i j

ルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン-1 ーイル] -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2, 2, 2-トリフ ルオロエトキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2-メトキ シフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-クロロー 3, 5-ジメチルフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-ピペリジノー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (4 - メチルフェノ キシ) -5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2-(4-クロロフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、5-イソプロピル-2-メチルフェ ニル基、2,5-ジエトキシフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、5-ク ロロー2-シアノ基、5-ジエチルスルファモイルー2-メトキシフェニル基、 2-クロロ-5-ニトロフェニル基、2-メトキシ-5-(フェニルカルバモイ ル) フェニル基、5-アセチルアミノ-2-メトキシフェニル基、5-メトキシ - 2 - メチルフェニル基、2, 5 - ジブトキシフェニル基、2, 5 - ジイソペン チルオキシ基、5-カルバモイル-2-メトキシフェニル基、5-[(1, 1-ジ メチル)プロピル]-2-フェノキシフェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メ タンスルホニル基、5-(2,2-ジメチルプロピオニル)-2-メチルフェニ ル基、5-メトキシー2- (1-ピロリル) フェニル基、5-クロロー2- (p - トルエンスルホニル)フェニル基、2-クロロ-5-(p-トルエンスルホニ ル)フェニル基、2ーフルオロー5ーメタンスルホニル基、2ーメトキシー5ー フェノキシ基、2-メトキシ-5-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニ ル基、5-モルホリノー2-ニトロフェニル基、5-フルオロー2- (1-イミ ダゾリル) フェニル基、2-ブチル-5-ニトロフェニル基、5-[(1, 1-ジ メチル)プロピル] -2-ヒドロキシフェニル基、2-メトキシ-5-メチルフ ェニル基、2,5-ジフルオロフェニル基、2-ベンゾイル-5-メチルフェニ ル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2- (4-メトキシフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基 上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「2,5-ジ

置換フェニル基」である場合、更に好適には、「2, 5 – ジ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも 1 個はトリフルオロメチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 δ – 3 e」から選択される基であり、最も好適には、2, 5 – ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である。

[置換基群 $\delta - 3 e$] $2 - \rho u u - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2,$ 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、2-フルオロー5ー(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2-メチル-5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-メトキシ-5- (ト リフルオロメチル) フェニル基、2-メチルスルファニル-5- (トリフルオロ メチル)フェニル基、2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2ーモルホリノー5ー (トリフルオロメチル) フェニル基、2ーブ ロモー5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2-ナフチルオキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2, 4-ジクロロフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- [4- (トリフルオロメチル) ピペリジン-1-イル]-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (2-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロー3, 5-ジメチルフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル) フ ェニル基、2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4 ーメチルフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-ク ロロフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-シアノ フェノキシ) - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (4 - メトキシフ ェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「3,5-ジ 置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ -4e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ - 4 e] 3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5

ージクロロフェニル基、3,5ービス[(1,1ージメチル)エチル]フェニル基、3ーフルオロー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーブロモー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーメトキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3,5ージコルオロフェニル基、3,5ージニトロフェニル基、3,5ージメチルフェニル基、3,5ージメトキシフェニル基、3,5ービス(メトキシカルボニル)フェニル基、3ーメトキシカルボニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーカルボキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーカルボキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3,5ージカルボキシフェニル基、3,5ージカルボキシフェニル基、3,5ージカルボキシフェニル基

上記「置換基を有していてもよいアリール基」が「3,5ージ置換フェニル基」である場合、更に好適には、「3,5ージ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 $\delta-5$ e」から選択される基であり、最も好適には、3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である。

[置換基群 $\delta-5$ e] 3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基、3-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-プロモ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メトキシカルボニル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-カルボキシ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「モノ置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-6$ e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ - 6 e] 4 - メトキシフェニル基、4 - クロロフェニル基、2 - メトキシフェニル基、2 - (トリフルオロメチル)フェニル基、3 - (トリフルオロメチル)フェニル基、3 - クロロフェニル基、4 - (トリフルオロメチル)フェニル基、3 - クロロフェニル基、ビフェニルー3 - イル基、3 - アセチルフェニル基、3 - (アセチルアミノ)フェニル基、3 - カルバモイルフェニル基、3 - メチルカルバモイルフェニル基、4 - メチルフェニル基、3 - (トリフルオロメトキシ)フェニル基、

2-ベンジルフェニル基、4-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] フェニル基、3-イソプロポキシフェニル基、4-イソ プロポキシフェニル基、4-ヘキシルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、4ーベンジルフェニル基、2ークロロフェニル基、 2ーメチルフェニル基、4ーブチルフェニル基、4ーベンジルオキシフェニル基、 3ーベンジルフェニル基、4-ヘキシルオキシフェニル基、3-イソプロピルフ ェニル基、4-シアノフェニル基、3-シアノフェニル基、4-(エトキシカル ボニルメチル)フェニル基、3-(トリフルオロメチルスルファニル)フェニル 基、4-(トリフルオロメチルスルファニル)フェニル基、4-(トリフルオロ メタンスルホニル)フェニル基、3-エチニルフェニル基、4-(1-メチルプ ロピル)フェニル基、3-ベンゾイルフェニル基、3-メトキシフェニル基、4 - (アセチルアミノ) フェニル基、4-スルファモイルフェニル基、4-(ジフ ルオロメトキシ)フェニル基、3-メチルスルファニルフェニル基、4-メタン スルホニルフェニル基、3-(ブチルスルファモイル)フェニル基、3-ベンジ ルオキシフェニル基、4-(p-トルエンスルホニルアミノ)フェニル基、4-モルホリノフェニル基、3 - [(1, 1 -ジメチル) エチル] フェニル基、3 - (5 ーメチルフランー2ーイル)フェニル基、3ースルファモイルフェニル基、3ー (トリフルオロメタンスルホニル)フェニル基、3-ヘキシルオキシフェニル基、 4ーアセチルフェニル基、ビフェニルー2ーイル基、ビフェニルー4ーイル基、 3- [5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾール-1-イル]フェ ニル基、3-{5-[(1,1-ジメチル)エチル]-3-(トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル} フェニル基、4ー[3,5ービス(トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル基、3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル]フェニル基、4-[5-フェニル-3-(トリフルオロ メチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「3個以上の 置換基を有するフェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置

換基群 $\delta - 7$ e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ − 7 e] 3, 5 − ビス(トリフルオロメチル) − 2 − ブロモフェニル基、3, 4, 5 − トリクロロフェニル基、3, 5 − ジクロロー4 − ヒドロキシフェニル基、ペンタフルオロフェニル基、3, 5, 5, 8, 8 −ペンタメチルー5, 6, 7, 8 − テトラヒドロナフタレン− 2 − イル基、3, 5 − ビス(トリフルオロメチル) − 2 − メチルフェニル基、2, 6 − ジクロロー4 − (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 4 − ジメトキシ− 5 − (トリフルオロメチル)フェニル基、4 − クロロー2 − (4 − クロロベンゼンスルホニル) − 5 − (トリフルオロメチル)フェニル基、5 − クロロー2 − (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 3 − ジフルオロー4 − (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 3 − ジフルオロー4 − (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 3, 5, 6 − テトラフルオロー4 − (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 4, 6 − トリメチルフェニル基、2 − シアノー4, 5 − ジメトキシフェニル基、2, 4 − ジクロロー5 − イソプロポキシフェニル基、2, 3, 5 − トリフルオロフェニル基、2, 4, 5 − トリクロロフェニル基、5 − エトキシー4 − フルオロ−2 − ニトロフェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「置換基を有していてもよいナフチル基」である場合、好適な基の具体例としては、1ーナフチル基、4ーメトキシナフタレン-2ーイル基、及び4ーヒドロキシー3ーメチルナフタレン-1ーイル基が挙げられる。

Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「ヘテロアリール基」としては、上記「ヘテロ環基」の定義における「単環式ヘテロアリール基」及び「縮合多環式ヘテロアリール基」と同様の基が挙げられる。好適には、5ないし13員のヘテロアリール基であり、このとき、好適な基の具体例としては、チエニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、1,3,4ーチアジアゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、インドリル基、キノリル基、カルバゾリル基、チアゾリル基、及びピラジニル基が挙げられる。

WO 03/103665 PCT/JP03/07120 -

Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「ヘテロアリール基」としては、更に好適には、5員のヘテロアリール基であり、特に更に好適には、チエニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、1,3,4ーチアジアゾリル基、及びチアゾリル基であり、最も好適には、チアゾリル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアリール基上での置換位置は特に限定されず、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」が「置換基を有していてもよいチアゾリル基」である場合、好適には、「置換基を有していてもよいチアゾールー2ーイル基」であり、更に好適には、「モノ置換チアゾールー2ーイル基」、及び「ジ置換チアゾールー2ーイル基」であり、特に更に好適には、「ジ置換チアゾールー2ーイル基」である。

[置換基群 δ - 8 e] 5 - ブロモー4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] チアゾールー2 - イル基、5 - ブロモー4 - (トリフルオロメチル) チアゾールー2 - イル基、5 - シアノー4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] チアゾールー2 - イル基、5 - メチルチアゾールー2 - イル基、4, 5 - ジメチルチアゾールー2 - イル基、5 - メチルー4 - フェニルチアゾールー2 - イル基、5 - (4 - フルオロフェニル) - 4 - メチルチアゾールー2 - イル基、4 - メチルー5 - [3 - (トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2 - イル基、4 - エチルー5 - フェニルチアゾールー2 - イル基、5 - フェニルチアゾールー2 - イル基、4 - エチルー5 - フェニルチアゾールー2 - イル基、4 - イソプロピルー5 - フェニルチアゾールー2 - イル基、

・4 ーブチルー5 ーフェニルチアゾールー2 ーイル基、4 ー [(1, 1 ージメチル) エチル]-5-[(2, 2-ジメチル)プロピオニル]チアゾール-2-イル基、 4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(エトキシカルボニル) チアゾールー2-イル基、4- [(1, 1-ジメチル) エチル] - 5-ピペリジノチアゾールー2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル]-5-モルホリノチアゾールー 2-イル基、4- [(1, 1-ジメチル) エチル] <math>-5-(4-メチルピペラジン -1ーイル) チアゾールー2ーイル基、4ー[(1, 1ージメチル) エチル] -5- (4-フェニルピペラジン-1-イル)チアゾール-2-イル基、5-カルボ キシメチルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、4,5ージフェニルチアゾ ールー2-イル基、4ーベンジルー5-フェニルチアゾールー2-イル基、5-フェニルー4ー(トリフルオロメチル)チアゾールー2-イル基、5-アセチル - 4 - フェニルチアソール - 2 - イル基、 5 - ベンゾイル - 4 - フェニルチアゾ ールー2-イル基、5-エトキシカルボニルー4-フェニルチアゾールー2-イ ル基、5-エトキシカルボニル-4- (ペンタフルオロフェニル) チアゾール-2-イル基、5-メチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、 5-エチルカルバモイルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-イソプロ ピルカルバモイルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ー(2ーフェニル エチル) カルバモイルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-エトキシカ ルボニルー4ー(トリフルオロメチル)チアゾールー2ーイル基、5ーカルボキ シー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル基、5-(エトキ シカルボニル) メチルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-カルボキシ - 4 - フェニルチアゾール - 2 - イル基、 5 - プロピルカルバモイル - 4 - フェ ニルチアゾールー2ーイル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」が「モノ 置換チアゾールー 2 ーイル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置 換基群 δ ー 9 e 」に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta - 9$ e] 4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] チアゾールー <math>2 - 4ル

WO 03/103665 PCT/JP03/07120.

基、4-7ェニルチアゾールー2-4ル基、4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾールー2-4ル基、4-(2,4-𝗓)クロロフェニル) チアゾールー2-4ル基、4-(3,4-𝗓)クロロフェニル) チアゾールー2-4ル基、4-[4-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2-4ル基、 $4-(2,5-\~)$ フルオロフェニル) チアゾールー2-4ル基、4-(4-χトキシフェニル) チアゾールー2-4ル基、4-[3-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2-4ル基、4-(3-(3-(5-7)) チアゾールー2-4ル基、4-(3-(5-7)) チアゾールー2-4ル基、4-(3-(5-7)) チアゾールー2-4ル基、4-(3-(5-7)) チアゾールー2-4ル基、4-(3-(5-7)) チアゾールー2-4ル基

以下、上記一般式 (I-1) で表される化合物について具体的に説明する。 Z¹の定義における「5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル 基」、及び「5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基」の「置 換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。

上記 Z¹の定義における「5位に置換基を有していてもよい2ーヒドロキシフェニル基」としては、好適には、「5位に置換基を有する2ーヒドロキシフェニル基」である。

フェニル基、4 - (トリフルオロメチル) フェニル基、4 - フルオロフェニル基、2、4 - ジフルオロフェニル基、2 - フェネチル基、1 - ヒドロキシエチル基、1 - (メトキシイミノ) エチル基、1 - [(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2 - チェニル基、3 - チェニル基、1 - ピロリル基、2 - メチルチアゾールー4 - イル基、イミダゾ [1、2 - a] ピリジン-2 - イル基、2 - ピリジル基、アセチル基、イソブチリル基、ピペリジノカルボニル基、4 - ベンジルピペリジノカルボニル基、(ピロール-1 - イル) スルホニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、N - [3、5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル] カルバモイル基、N, N - ジメチルカルバモイル基、スルファモイル基、N - [3、5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル] スルファモイル基、N トージメチルスルファモイル基、アミノ基、N トージメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基、3 - フェニルウレイド基、(3 - フェニル) チオウレイド基、(4 - ニトロフェニル)ジアゼニル基、{[4 - (ピリジン-2 - イル) スルファモイル] フェニル}ジアゼニル基

上記 Z^1 の定義における「5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシキシフェニル基」としては、好適には、「5位に置換基を有する2-アセトキシフェニル基」である。

上記 Z¹の定義における「5位に置換基を有していてもよい2ーアセトキシフェニル基」及び「5位に置換基を有する2ーアセトキシフェニル基」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子である。

E¹の定義における「置換されていても良いフェニル基」の「置換されていてもよい」は「置換基を有していてもよい」と同義である。

上記E¹の定義における「置換されていても良いフェニル基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のフェニル基上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記E¹の定義における「置換されていても良いフェニル基」としては、好適には、3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、2,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、3個以上の置換基を有するフェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)、ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である。但し、該ジ置換フェニル基として2,5ージ置換フェニル基及び3,5ージ置換フェニル基は除く)であり、更に好適には、3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、及び2,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、及び2,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である。

上記 E^1 の定義における「置換されていても良いフェニル基」が「3 個以上の置換基を有するフェニル基(該置換基のうち少なくとも1 個はトリフルオロメチル基である)」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ^1-1 e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta^{1}-1$ e] 3, 5- ビス (トリフルオロメチル) -2 ーブロモフェニル基、3, 5- ビス (トリフルオロメチル) -2 ーメチルフェニル基、2, 6 ージクロロー4ー (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 4 ージメトキシー5ー (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 4 ージフルオロー5ー (トリフルオロメチル) フェニル基、4ークロロー2ー (4 ークロロベンゼンスルホニル) ー 5 ー (トリフルオロメチル) フェニル基、5 ークロロー2ーニトロー4ー (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 3 ージフルオロー4ー (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 3 ージフルオロー4ー (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 3 、5, 6 ーテトラフルオロー4ー (トリフルオロメチル) フェニル基

上記 E^1 の定義における「置換されていても良いフェニル基」が「ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1 個はトリフルオロメチル基である。但し、該ジ置換フェニル基として、2, 5 - ジ置換フェニル基及び3, 5 - ジ置換フェニル基は除く)」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ^1 - 2 e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ ¹-2 e] 4-クロロー2- (トリフルオロメチル) フェニル基、

2-フルオロー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ークロロー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーシアノー3ー(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーシアノー3ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ーメチルー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーメトキシー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーメトキシー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーイソプロピルー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーイソプロピルー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、2ーニトロー4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーブロモー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーブロモー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、2ーブロモー4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーフルオロー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーフルオロー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーイソプロポキシー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーシアノー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーシアノー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーシアノー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーシアノー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ージアノー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ービス(トリフルオロメチル)フェニル基

以下、上記一般式 (I-2)で表される化合物について具体的に説明する。 Z²の定義における「5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル 基」、及び「5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。

上記 2°の定義における「5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル基」としては、好適には、「5位に置換基を有する2-ヒドロキシフェニル基」である。

上記 Z²の定義における「5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル基」及び「5位に置換基を有する2-ヒドロキシフェニル基」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子、ニトロ基、メチル基、及びメトキシ基であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

上記 Z²の定義における「5位に置換基を有していてもよい 2 ーアセトキシキシフェニル基」としては、好適には、「5位に置換基を有する 2 ーアセトキシフェニ

ニル基」及び「5位に置換基を有する2-アセトキシフェニル基」の「置換基」 としては、好適には、ハロゲン原子である。

R³e²及びR³e³の定義における「置換基を有していてもよい炭化水素基」、並びにR³e⁵の定義における「置換基を有していてもよいC₂~C₆の炭化水素基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。

 R^{3} e^{2} 及び R^{3} e^{3} の定義における「置換基を有していてもよい C_{2} e^{3} e^{5} の定義における「置換基を有していてもよい C_{2} e^{3} e^{5} の炭化水素基」の「炭化水素基」としては、上記定義における「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。

R³°²及びR³°³の定義における「置換基を有していてもよいヒドロキシ基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基を有していてもよいヒドロキシ基」と同様の基が挙げられる。

 E^3 としては、好適には、3,5ービス [(1,1-i)メチル)エチル]フェニル基、2,5ービス [(1,1-i)メチル)エチル]フェニル基、5ー [(1,1-i)メチル)エチル]ー2ーメトキシフェニル基、4ーメトキシビフェニルー3ーイル基、5ー [(1,1-i)メチル)プロピル]ー2ーフェノキシフェニル基、4ーメチルビフェニルー3ーイル基、及び5ー [(1,1-i)メチル)プロピル]ー2ーヒドロキシフェニル基であり、更に好適には、3,5ービス [(1,1-i)メチル)エチル]フェニル基である。

以下、上記一般式 (I-4) で表される化合物について具体的に説明する。 Z⁴の定義における「5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル基」、及び「5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。

上記 2 dの定義における「5位に置換基を有していてもよい 2 ーヒドロキシフェニル基」としては、好適には、「5位に置換基を有する 2 ーヒドロキシフェニル基」

である。

上記 Z⁴の定義における「5位に置換基を有していてもよい2ーヒドロキシフェニル基」及び「5位に置換基を有する2ーヒドロキシフェニル基」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子、フェニル基、4ーフルオロフェニル基、2,4ージフルオロフェニル基、4ー(トリフルオロメチル)フェニル基、1ーピロリル基、及び2ーチエニル基であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

上記 Z ⁴の定義における「5 位に置換基を有していてもよい2 ーアセトキシキシフェニル基」としては、好適には、「5 位に置換基を有する2 ーアセトキシフェニル基」である。

上記 Z ⁴の定義における「5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基」及び「5位に置換基を有する2-アセトキシフェニル基」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子である。

R^{4e4}の定義における「置換基を有していてもよい炭化水素基」、並びにR^{4e5}の 定義における「置換基を有していてもよいアシル基」及び「置換基を有していて もよいヘテロ環基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」 の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。

R⁴⁶の定義における「置換基を有していてもよい炭化水素基」の「炭化水素基」としては、上記定義における「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。

R^{4°5}の定義における「置換基を有していてもよいアシル基」の「アシル基」としては、上記定義における「アシル基」と同様の基が挙げられる。

R^{4・5}の定義における「置換基を有していてもよいへテロ環基」の「ヘテロ環基」 としては、上記定義における「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。

 E^4 としては、好適には、下記「置換基群 δ^4 - 1 e」から選択される基であり、最も好適には、4 - [(1, 1-ジメチル) エチル] - 5 - [(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール <math>- 2 - 4 - 4 - 4 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 -

[置換基群 δ^4-1 e] 5- $\overline{}$ $\overline{$

イル基、5 - シアノー4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] チアゾールー2 ーイル 基、5-メチルチアゾール-2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル]-5-[(2,2-ジメチル)プロピオニル]チアゾール-2-イル基、<math>4-[(1,1-ジメチル) エチル] - 5 - (エトキシカルボニル) チアゾールー2-イル基、 4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾール-2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾール-2-イル基、 4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン-1-イル)チアゾールー2ーイル基、4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ー (4ーフェ ニルピペラジン-1-イル)チアゾール-2-イル基、5-カルボキシメチル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-アセチル-4-フェニルチアゾール -2-イル基、5-ベンゾイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-エ トキシカルボニルー4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-エトキシカルボ ニルー4ー (ペンタフルオロフェニル) チアゾールー2ーイル基、5ーメチルカ ルバモイルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5-エチルカルバモイルー 4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-イソプロピルカルバモイル-4-フ ェニルチアゾール-2-イル基、5-(2-フェニルエチル)カルバモイル-4 ーフェニルチアゾールー2-イル基、5-エトキシカルボニルー4-(トリフル オロメチル) チアゾールー2ーイル基、5ーカルボキシー4ー[(1,1ージメチ ル) エチル] チアゾールー2ーイル基、5-カルボキシー4-フェニルチアゾー ルー2-イル基、5-プロピルカルバモイルー4-フェニルチアゾールー2-イ ル基

上記一般式 (I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び (I-4) で表される化合物としては、好適には、「下記一般式 (X-1) で表される置換安息香酸誘導体、及び/又は下記化合物群 $\phi-1$ で表される化合物」以外の化合物である。

$$R^{1001}$$
 II X^{1001} $(X-1)$

WO 03/103665

PCT/JP03/07120

(式中、

R¹⁰⁰¹は、下記の一般式 (X-2):

$$R^{1003}$$
 R^{1004}
 CH_2
 $(X-2)$

または、下記の一般式 (X-3):

$$R^{1003}$$
 R^{1004}
 CH_2
 $(X-3)$

(式中、 R^{1003} 、 R^{1004} および R^{1005} は各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基または炭素数 $1\sim6$ のアルコキシ基であり、 R^{1009} および R^{1010} は各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基または炭素数 $2\sim1$ 1のアシル基を示す)であり;

 R^{1002} は、水素原子、置換されていてもよい炭素数 $1\sim6$ の低級アルキル基、置換されていてもよい炭素数 $6\sim1$ 2 のアリール基、置換されていてもよい炭素数 $4\sim1$ 1 のヘテロアリール基、置換されていてもよい炭素数 $7\sim1$ 4 のアラルキル基、置換されていてもよい炭素数 $5\sim1$ 3 のヘテロアリールアルキル基を示すか、あるいは炭素数 $2\sim1$ 1 のアシル基であり;

 X^{1001} は、エステル化またはアミド化されていてもよいカルボキシル基を示す。) [化合物群 $\phi-1$]

上記一般式 (I-1)、(I-2)、(I-3)、及び (I-4) で定義される化合物若しくは薬理学的に許容されるその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物はいずれも新規化合物であり、本物質発明に基づく化合物の用途に関しては特に限定されない。

上記一般式(I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び(I-4)で表される化合物は塩を形成することができる。薬理学的に許容される塩としては、酸性基が存在する場合には、例えば、リチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等の金属塩、又はアンモニウム塩、メチルアンモニウム塩、ジメチルアンモニウム塩、トリメチルアンモニウム塩、ジシクロヘキシルアンモニウム塩等のアンモニウム塩をあげることができ、塩基性基が存在する場合には、例えば、塩酸塩、臭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩等の鉱酸塩、あるいはメタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、パラトルエンスルホン酸塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、酒石酸塩、フマール酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、シュウ酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、安息香酸塩、マンデル酸塩、ケイ皮酸塩、乳酸塩等の有機酸塩をあげることができる。グリシンなどのアミノ酸と塩を形成する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、薬学的に許容される塩も好適に用いることができる。

上記一般式 (I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び (I-4) で表される化合物又はその塩は、水和物又は溶媒和物として存在する場合もある。本発明の医

薬の有効成分としては、上記のいずれの物質を用いてもよい。さらに一般式(I)、 (I-1)、(I-2)、(I-3)、及び(I-4)で表される化合物は1以上の不 斉炭素を有する場合があり、光学活性体やジアステレオマーなどの立体異性体として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の立体 異性体、光学対掌体又はジアステレオマーの任意の混合物、ラセミ体などを用いてもよい。

また、一般式 (I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び (I-4) で表される 化合物が例えば 2-ヒドロキシピリジン構造を有する場合、その互変異性体(t automer)である 2-ピリドン構造として存在する場合がある。本発明の 医薬の有効成分としては、純粋な形態の互変異性体又はそれらの混合物を用いて もよい。また、一般式 (I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び (I-4) で表される化合物がオレフィン性の二重結合を有する場合には、その配置は Z 配置 又は E 配置のいずれでもよく、本発明の医薬の有効成分としてはいずれかの配置 の幾何異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。

本発明の医薬の有効成分として一般式(I)に包含される化合物を以下に例示するが、本発明の医薬の有効成分は下記の化合物に限定されることはない。

なお、下記表において用いられる略語の意味は下記の通りである。

Me:メチル基、Et:エチル基。

化合物番号	A O	. X	E
1	OH Br	O H	CF ₃
2	OH Br	O N H	
3	OH Br	O N H	
4	OH MeO OH		OMe
5	OH	ŏ+ • +	CI
6	OH MeO		MeO

7	OH Me		
8	Me OOO		CO CO
9	OH	~	CI
1 0	OH Br	O O N H	CI
11	ОН	HN	CF ₃
1 2	OH	= 0 = 0	CI
1.3	₹—————————————————————————————————————	H N S O	CI
14	a de	/\ N /	CI
1 5	OH Br	O N N	ОН

1 6	OH CI	O N Me	CF ₃
1 7	OH Br	0 N	CF ₃

98

	·	
化合物番号	A o	E
1 8	ОН	CI
1 9	OH	CI
2 0	OH	OMe OMe
2 1	OH OH	CF ₃
2 2	OH	SO ₂ F

2 3	OH	SO ₂ F
2 4	OH N U	CF ₃
2 5	OH N CI	CF ₃
2 6	OH Z CI	Me Me Me Me
2 7	OH N	CF ₃
2 8	OH HN CI	CF ₃
2 9	OH N N	CF ₃

3 0	HN	CI

化合物番号	A o	E
3 1	ОН	
3 2	OH	
3 3	OH	OMe
3 4	Me O CI	OMe

化合物番号	A O	E
3 5	OH CI	EtO ₂ C
3 6	OH Br	N-NH
3 7	OH Br	Et N Et
3 8	OH Br	N N N
3 9	OH Br	N N O
4 0	ОН	N-N CF ₃

4 1	OH Br	N-N S CF3
4 2	OH CI	CI
4 3	OH	OMe N CI
4 4	Me O CI	H
4 5	Me O	HN CO ₂ Et
4 6	OH CI	
4 7	OH	Et N

化合物番号	A. ₀	E
4 8	OH OH	CF ₃
4 9	OH —	CF ₃
5 0	OH CI	CF ₃
5 1	OH Br	CF ₃
5 2	OH	CF ₃
5 3	OH NO ₂	CF ₃

	T	
5 4	OH CN	CF ₃
5 5	OH Me	CF ₃
5 6	OH Me Me	CF ₃
57	НО	CF ₃
5 8	MeO N Me	CF ₃
5 9	OH O N Me	CF ₃
6 0	OH CN CN	CF ₃

·		
6 1	OH CN CO₂H	CF ₃
6 2	OH CN CO₂Me	CF ₃
6 3	OH OH	CF ₃
6 4	OH H	CF ₃
6 5	OH	CF ₃

.

6 6	OH SiMe ₃	CF ₃
6 7	OH OH	CF ₃
6 8	OH	CF ₃
6 9	OH CF ₃	CF ₃
7 0	OH CF ₂ CF ₃	CF ₃
7 1	OH OH	CF ₃

7 2	OH S	CF ₃
7 3	OH S	CF ₃
7 4	OH N S—Me	CF ₃
7 5	H Z Z	CF ₃
7 6	OH OH	CF ₃
7 7	OH OMe	CF ₃

		
7 8	OH O Me	CF ₃
7 9	OH Me Me	CF ₃
8 0	OH CO₂H	CF ₃
8 1	OH CO ₂ Me	CF ₃
8 2	OH CF3	CF ₃
8 3	OH NMe ₂	CF ₃
8 4	O N OH	CF ₃

8 5	OH OH	CF ₃
8 6	OH O=S=O NMe ₂	CF ₃
8 7	OH O=S=O	CF ₃
8 8	OH NH ₂	CF ₃
8 9 :	OH NMe ₂	CF ₃
9 0	ĕ — ¥ — 0	CF ₃
9 1	OH H N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃

9 2	OH H Z S	CF ₃
9 3	OH N N NO ₂	CF ₃
9 4	OH N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃
9 5	Me O	CF ₃
96	Me O CI	CF ₃

9 7	OH OH N CI	CF ₃
9 8	CI OH -	CF ₃
9 9	OH	CF ₃ CF ₃
100	OH	CF ₃
1 0 1	OH Br	CF ₃
1 0 2	OH Me	CF ₃
103	0	CF ₃ CF ₃

化合物番号	A .0	E
	(z)	
104	OH	F ₃ C
1 0 5	OH CI	F ₃ C CI
106	OH Br	CF ₃
107	OH	CF ₃
108	OH	CF ₃ F
109	OH Br	CF ₃ CI

	ОН	
110	CI	CF ₃
1 1 1	OH Br	CF ₃
1 1 2	OH	CF ₃
1 1 3	OH CI	CF ₃
1 1 4	OH Br	CF ₃
1 1 5	OH CI	CF ₃ NO ₂
1 1 6	OH CI	CF ₃
1 1 7	OH Br	CF ₃ CN
118	OH CI	CF ₃

		**
1 1 9	OH CI	CF ₃ Me
1 2 0	OH CI	CF ₃
121	OH	CF ₃ OMe
. 122	OH Br	CF ₃
1 2 3	OH Br	CF ₃
124	OH	CF ₃
1 2 5	OH C	CF ₃
1 2 6	OH Br	CF ₃

.2.52

	·	
1 2 7	OH Br	CF ₃
1 2 8	OH	CF ₃
1 2 9	OH Br	CI CF3
1 3 0	O	CF ₃
1 3 1	OH NO ₂	CF ₃
1 3 2	OH Me	CF ₃
133	OH OMe	CF ₃
134	OH Me	CF ₃ CI

	T	
1 3 5	OH Me	CF ₃ Me
136	OH Me	CF ₃
137	OH Me	CF ₃ OMe
138	OH Me	CF ₃

化合物番号	A O	E
1 3 9	OH Br	
1 4 0	OH Br	CI
1 4 1	OH Br	CI
1 4 2	OH	CI
143	OH Br	CI
144	OH Br	F

1 4 5	ОН	CI
1 4 6	OH F	CI
1 4 7	OH	CI
. 148	OH Br	CI
1 4 9	OH	G G
150	OH Br Br	C
151	CI	CI
1 5 2	OH NO ₂	CI
153	OH Me	CI

	T	
154	OMe	CI
155	OH Br	CI
1 5 6	OH Br	CI
157	OH	F F F
1 5 8	OH Br	NO ₂
159	OH	Me Me Me Me Me
160	OH	Me Me Me OMe
161	OH Br	Me Me

162	OH CI	Me Me Me Me
163	OH Br	Me Me Me Me
1 6 4	OH	Me Me Me Me
165	OH	
166	OH OH	OMe
167	OH Br	OMe
168	OH Br	OMe OMe

- 72

	<u></u>	
169	OH CI	Me O
170	OH Br	CO ₂ Me
171	ОН	H H N S CI CI
172		CI
173	OH Me	Me Me Me Me Me
174	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Me Me Me Me Me
175	OH NO ₂	Me Me Me Me Me

176	OH Me	Me Me Me Me
177	OH OMe	Me Me Me Me Me
178	0=	Me Me Me OMe
179	OH Me	Me Me Me OMe

.. 12

WO 03/103665 PCT/JP03/07120

化合物番号	A - 0	E
		·
180	OH Br	~ s J
181	OH Br	Me Me Me S Br
182	OH Br	N CF3 Br
183	OH	Me Me Me S CN
184	OH Br	Me Me Me S CN
185	OH Br	N S Me

186	OH Br	Me Me Me
187	OH Br	N Me S Me
188	OH Br	N Me
189	OH Br	N Me
190	OH Br	N Me S CF3
191	OH Br	Me Me Me S Et
192	OH Br	N Et
193	OH Br	Me N Me S

194	OH Br	N Me
195	OH CI	Me Me Me S O Me Me Me
196	OH Br	Me Me Me S O Me Me Me
197	OH Br	Me Me Me CO ₂ Et
198	OH Br	Me Me Me
199	OH Br	Me Me Me
200	OH Br	Me Me Me S N Me

2 0 1	OH Br	Me Me Me
2 0 2	OH Br	N S
203	OH Br	N CO ₂ H
2 0 4	OH Br	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
2 0 5	OH Br	
206	OH Br	N CF3
207	OH Br	N Me

2 0 8	OH Br	N O
.2 0 9	OH Br	N S CO ₂ Et
210	OH CI	N S CO ₂ Et
2 1 1	OH Br	S CO ₂ Et
2 1 2	OH Br	N H N Me
2 1 3	OH Br	S H N Et
214	OH Br	N H Me O Me.

2 1 5	OH Br	N H N N N N N N N N N N N N N N N N N N
2 1 6	OH Br	S CO ₂ Et
2 1 7	0 0 0 0	Me Me Me S O Me Me Me
2 1 8	OH OH	N S CO₂Et
219	OH F	N S CO ₂ Et
220	OH F	N S CO ₂ Et

. r=

2 2 1	OH CF ₃	N CO ₂ Et
2 2 2	OH C	N S CO ₂ Et
223	OH	N S CO ₂ Et

	·		
化合物番号	A o	Х	E
3 0 1	OH	~	
3 0 2	OH	O H N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃
303	OH	NH O HN	CF ₃
304	OH	N, N	CF ₃
3 0 5	OH	Me Me H N H	CF ₃
306	CI	N N N O	CF ₃

3 0 7	OH CI	NH NH	CF ₃
3 0 8	OH	~ ~	CF ₃
3 0 9	OH CI	N H H	CF ₃
3 1 0	OH		CF ₃
3 1 1	OH	O H H	
3 1 2	OH	N H	CF ₃
3 1 3	OH	O Me	CF ₃
3 1 4	OH Ct	O H N H O	CF ₃
3 1 5	CI	O H N N	CF ₃

. 316	OH CI	<u></u>	CF ₃
3 1 7	OH CI	O H N H	CF ₃
318	OH	S NH	CF ₃
319	OH	0 N N N	CF ₃
3 2 0	OH O		CF ₃
3 2 1	OH CI	N. N.	CF ₃

化合物番号	A '0	E
3 2 2	ОН	CF ₃
3 2 3	OH Me	CF ₃
3 2 4	HO Br	CF ₃
3 2 5	но	CF ₃
3 2 6	CI	CF ₃
3 2 7	но	CF ₃

	1 011	T
3 2 8	OH Me	CF ₃
3 2 9	MeO H	CF ₃
3 3 0	OH Me Me Me Me	CF ₃
3 3 1	OH CI	CF ₃
3 3 2	Me OH Me Me	CF ₃
3 3 3	OH F	CF ₃
3 3 4	CIOH	CF ₃
3 3 5	MeO MeO	CF ₃

		
3 3 6	OH OMe	CF ₃
3 3 7	OH NHSO ₂ Me	CF ₃
3 3 8	OH ON STORY	CF ₃ CF ₃
3 3 9	OH HN Me	CF ₃
3 4 0	OH SO ₂ NH ₂	CF ₃
3 4 1	OH	CF ₃
3 4 2	ОН	CF ₃
3 4 3	OH Br S	CF ₃

3 4 4	OH	CF ₃
3 4 5	OH HN -	CF ₃
3 4 6	OH CI	CF ₃
3 4 7	OH	CF ₃ OMe
3 4 8	9 H	CF ₃
3 4 9	OH CI	CF ₃
350 .	OH	CF ₃ CO ₂ Me
351	OH	CF ₃

3 5 2	OH CI	CF ₃
3 5 3	OH CI	CF ₃
3 5 4	OH	CF ₃
3 5 5	OH	CF ₃ OCH₂CF ₃
356	OH	CF ₃
3 5 7	OH CI	CF ₃ O Me CI Me

3 5 8	CI	CF ₃
3 5 9	OH	CF ₃ O Me
360	OH	CF3
3 6 1	OH Br	CO ₂ H CO ₂ H
362 .	OH	Me Me
363	OH	OEt OEt
364	OH CI	Me Me
3 6 5	OH	CN

3 6 6	OH	SO ₂ NEt ₂
3 6 7	OH CI	NO ₂
3 6 8	OH	O H O N O O Me
3 6 9	OH	OMe OMe
370	OH CI	O HN Me OMe
3 7 1	OH	OMe
3 7 2	CI	O Me

3 7 3	OH CI	Me O Me Me Me Me
3 7 4	OH CI	CONH ₂
3 7 5	OH	Me Me
3 7 6	OH OH	SO ₂ Me
3 7 7	OH CI	O Me Me Me
3 7 8	OH CI	OMe N

3 7 9	OH	CI O=S—Me
3 8 0	OH CI	O = S — Me
381	OH	SO ₂ Me
3 8 2	OH CI	OMe
383	OH CI	Me
384	OH CI	Me Me
3 8 5	OH CI	O NO ₂

0.3.5	On	_
3 8 6	OH	F - Z = Z
3 8 7	OH	NO ₂
3 8 8	OH CI	Me Me Me OH
3 8 9	OH CI	Me OMe
390	2 ← ₹	F -
391	OH OH	F
3 9 2	OH Br	Me Me S CO ₂ H
393	OH Br	S CO ₂ Et

3 9 4	OH Br	N S CO ₂ H
3 9 5	OH CI	CF ₃
3 9 6	OH CI	
3 9 7	OH	N Br
3 9 8	OH	\(\mathbb{N}\)
399	OH Br	N Br
400	OH Br	N H N Me
401	OH CI	CF ₃ CF ₃
4 0 2	OH	CF ₃

403	OH CI	Me Me CF ₃
404	OH	CF ₃
4 0 5	OH CI	CF ₃
406	OH HO	CI CF ₃
407	OH CI	CN CF ₃
4 0 8	OH CI	CF ₃
4 0 9	OH CI	CF ₃
410	OH CI	CF ₃
411	OH	CF ₃

4 1 2	OH CI	O Me Me CF ₃
4 1 3	OH CI	CF ₃ OMe
414	OH C	CF ₃ F
4 1 5	OH	CF ₃
416	2 — ±	CF ₃ CI O=S—CI
417	OH OH	CI CF ₃
418	OH CI	CF ₃
419	OH CI	F ₃ C H O OH

4 2 0	OH CI	F CF ₃
421	OH	N H Me
4 2 2	OH	CONH ₂
4 2 3	OH CI	соннме
4 2 4	OH	Me Me Me
425	OH CI	Me
4 2 6	OH .	Me Me
427	OH C	Me Me
4 2 8	OH CI	Me Me

429	OH	OCF ₃
4 3 0	OH	
4 3 1	OH	OCF ₃
432	OH CI	CI
434	OH CI	Me Me Me
434	OH	Me Me
435	OH CI	
436	OH OH	Me Me

437	OH CI	Me O Me
438	OH	CI
4 3 9	OH CI	O Me Me
4 4 0	OH CI	OCF ₃
441	OH OH	Me
4 4 2	DH HO	Me
4 4 3	OH	
444	OH CI	
4 4 5	OH	OMe OMe CN

	·,·-·	
4 4 6	OH	(C)
4 4 7	OH CI	Me O CI
4 4 8	OH CI	CN
449	OH CI	OCF ₃
450	OH	CN
451	OH	CI
452	OH	₩ 0
453	OH	Me Me Me

454	OH	Me Me Me Me
4 5 5	OH CI	Me
456	OH CI	Me
457	OH CI	CN
458	OH CI	Me CN
459	OH CI	
4 6 0	OH OH	O F F
4 6 1	OH	O F F
462	OH CI	SCF ₃

į.,

463	OH CI	OCF ₃
464	OH CI	0 F F
465	OH CI	
466	OH CI	OCF ₃
467	OH CI	F
468	OH CI	
469	OH CI	F
470	OH CI	SO ₂ Me SO ₂ Me

471	OH CI	Me O OH N H CI
472	OH	0 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
473	OH	CI
474	OH CI	Br
475	OH CI	O Me
476	OH	F ₃ C CF ₃ H CI
477	OH	CI
478	OH	Me Me

479	OH	CN
480	OH	CN
481	OH CI	OMe
482	OH CI	CO ₂ Et
483	OH	SCF ₃
484	<u>0</u>	SCF ₃
485	OH	SO ₂ CF ₃
486	OH CI	F
487	OH CI	н

		
488	OH CI	Me Me
489	OH	OMe
490	CI	
491	OH CI	ОМе
492	OH CI	H Me
493	OH	SO ₂ NH ₂
494	OH CI	CI CF ₃ CF ₃
495	OH CI	NO ₂
496	OH CI	F

	·	
497	OH	F F
498	OH	OH CF ₃ CF ₃
499	OH	SMe
5 0 0	OH	SO₂Me
501	OH	Me
502	OH CI	S N Me
503	OH CI	
504	OH CI	H O Me

	T	
5 0 5	OH	
5 0 6	OH CI	Me Me Me
5 0 7	OH	O Me
5 0 8	OH	Me CI
509	OH	SO ₂ NH ₂
510	OH CI	SO ₂ CF ₃
511	OH OH	OCF ₃
5 1 2	OH CI	O Me Me
513	OH CI	CI

		
5 1 4	OH	O Me
5 1 5	OH CI	OEt F NO ₂
5 1 6	OH CI	Ме
5 1 7	OH	Me
518	OH OH	F
519	OH NO ₂	F
5 2 0	OH	Me
5 2 1	OH C	Me

5 2 2	OH CF ₃	
5 2 3	OH CF ₃	
5 2 4	OH CI	
5 2 5	OH O=S-NH O CF ₃	CF ₃
5 2 6	OH	CF ₃
5 2 7	OH OH	CF ₃
5 2 8	OH	CF ₃
5 2 9	OH CI	Me NH ₂ NH ₂

	T	
5 3 0	OH CI	OCF ₃
5 3 1	OH CI	CF ₃
5 3 2	OH	CF ₃
5 3 3	OH	CF ₃
5 3 4	OH	
5 3 5	Me OH	CF ₃
5 3 6	Me OH Me Br	CF ₃
537	OH Me Br	CF ₃

5 3 8	OH	N CF3
5 3 9	OH	CF ₃ N Me Me
540	OH Br	CF ₃
5 4 1	OH C	N CI CI
5 4 2	OH CI	CF ₃
543	OH CI	CF ₃
5 4 4	OH CO	CF ₃

5 4 5	ОН	CF ₃
546	OH Ci	N F
5 4 7	СІ	CF ₃
548	OH CI	CF ₃
5 4 9	OH	OMe
5 5 0	OH OH	CF ₃
5 5 1	OH CI	F F S F
5 5 2	OH Br Br	CF ₃

化合物番号	A o	X	E
5 5 3	но		CF ₃
554	OH CI	<u> </u>	Me Me
5 5 5	OH C	∕ N∕ H	Me Me

一般式 (I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び (I-4) で表される化合物の製造方法は特に限定されないが、例えば、「国際公開第 0.2/4.96.3.2 号パンフレット」に記載された方法を参照することは有用である。

一般式 (I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び (I-4) で表される化合物は、例えば、以下に示した方法によって製造することができる。

<方法1>

一般式(I)において、Xが-CONH-(窒素上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物、並びに一般式(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び(I-4)で表される化合物は、例えば、反応工程式 I に示す方法によって製造することができる。

反応工程式1

(式中、A、環 Z 及びE は、一般式(I)における定義と同意義であり、 A^{101} は水素原子又はヒドロキシ基の保護基(好ましくは、メチル基等のアルキル基;ベンジル基等のアラルキル基;アセチル基;メトキシメチル基等のアルコキシアルキル基;トリメチルシリル基等の置換シリル基)を表し、R 及び R^{101} は水素原子、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基等を表し、 E^{101} は、一般式(I)の定義におけるE又はEの前駆体を表し、Gはヒドロキシ基、ハロゲン原子(好ましくは、塩素原子)、炭化水素ーオキシ基(好ましくは、ハロゲン原子で置換されていてもよいアリールーオキシ基)、アシルーオキシ基、イミドーオキシ基等を表す)

(第1工程)

カルボン酸誘導体(1)とアミン(2)とを脱水縮合させることにより、アミド(3)製造することができる。この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、無溶媒又は非プロトン性溶媒中 0 \mathbb{C} \sim 180 \mathbb{C}

の反応温度で行われる。

この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、 無溶媒又は非プロトン性溶媒中0℃~180℃の反応温度で行われる。

酸ハロゲン化剤としては、例えば、塩化チオニル、臭化チオニル、塩化スルフリル、オキシ塩化リン、三塩化リン、五塩化リンなどを挙げることができ、A¹⁰¹が水素原子の場合には三塩化リンが、A¹⁰¹がアセチル基等の場合にはオキシ塩化リンが好ましい。脱水縮合剤としては、例えば、N,N'ージシクロヘキシルカルボジイミド、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩、ジフェニルホスホリルアジドなどを挙げることができる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N,Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非プロトン性溶媒としてはジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、ベンゼン、トルエン、モノクロロベンゼン、のージクロロベンゼン、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドンなどを挙げることができ、酸ハロゲン化剤の存在下に反応を行う場合には、特に、トルエン、モノクロロベンゼン、のージクロロベンゼンが好ましい。

また、例えば、「ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー(Journal of Medicinal Chemistry)」,(米国),1998年,第41巻,第16号,p. 293 9-2945 に記載の方法及びこれらに準じた方法により、予めカルボン酸から酸塩化物を製造、単離し、次いで E^{101} を有するアミンと反応させることにより目的とするアミドを製造することもできる。

Gがヒドロキシ基である場合の好適な反応条件として、例えば、「アーキブ・デア・ファルマツィー (Archiv der Pharmazie)」、(ドイツ)、1998年、第331巻、第1号、p.3-6. に記載された反応条件を用いることができる。

カルボン酸誘導体(1)及びアミン(2)の種類は特に限定されず、文献公知の 製造方法を適宜参照しつつ新規に合成するか、あるいは市販の試薬を入手して上 記反応に用いることができる。

(第2工程)

アミド (3) が保護基を有する場合及び/又は官能基修飾に有利な置換基(例え ば、アミノ基及びその保護体若しくは前駆体;カルボキシ基及びその保護体若し くは前駆体;ヒドロキシ基及びその保護体若しくは前駆体など)を有する場合、 この工程で脱保護反応及び/又は官能基修飾反応を行うことにより最終目的物で ある化合物(4)を製造することができる。該反応は、種々の公知の方法を用い ることができ、脱保護反応及び官能基修飾反応としては、例えば、セオドラ・W.・ グリーン (Theodora W. Green), ピーター・G.・M.・ブッツ (Peter G. M. Wuts) 編「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシズ (Protective Groups in Organic Syntheses)」, (米国), 第3版, ジョン・ウィリー・アンド・ サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年4月;「ハンドブック・ オブ・リエージェンツ・フォー・オーガニック・シンセシス (Handbook of Reagents for Organic Synthesis)」、(米国)、全4巻、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ・ インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年6月, 等に記載の方法を;官能 基修飾反応としては、例えばリチャード・F.・ヘック(Richard F. Heck)著「パ ラジウム・リエージェンツ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents in Organic Syntheses)」, (米国), アカデミック・プレス (Academic Press), 1 985年; 辻二郎 (J. Tsuji) 著「パラジウム・リエージェンツ・アンド・カタリ スツ:イノベーションズ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents and Catalysts: Innovations in Organic Synthesis)」, (米国), ジョン・ウィリ ー・アンド・サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年, 等に記 載の方法を用いることができる。

上記方法は、Xが他の連結基(例えば、-SO₂NH-、-NHCO-、-NH SO₂-、-CONHCH₂-、-CONHCH₂CH₂-、-CONHCH₂CO NH-、-CONHNHCO-、-CONHNHCH₂-、-COO-、-CO NHNH-;該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合におい ても、原料を適切に組み合わせることによって適用可能である。

一般式 (I) において、Xが式: $-CONHCH_2-$ (該基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合、アミン(2)のかわりに式: $H_2N-CH_2-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表される Γ ミンを用いることにより、B101とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式: $-CONHCH_2CH_2-$ (該基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合、Tミン(2)のかわりに式: H_2N-CH_2 CH_2-E^{101} (式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるTミンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式: $-SO_2NH$ - である場合、カルボン酸誘導体 (1) のかわりに式: A^{101} - O - (環Z) $-SO_2C1$ (式中、 A^{101} 及び環Z は上記定義と同義である)で表されるスルホン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式: -NHCO 一である場合、式: A^{101} -O (環 Z) $-NH_2$ (式中、 A^{101} 及び環 Z は上記定義と同義である)で表されるT ミンと、式: E^{101} -COOH(式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸若しくは式: E^{101} -COCl(式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式: $-NHSO_2-$ (該連結基は置換基を有していてもよい)である場合、式:HO-(環Z) $-NH_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である)で表されるアミンと式: $E^{101}-SO_2CI$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるスルホン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式:-CONHNHCO-である場合、式:HO-(環Z) $-CONHNH_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である)で表されるヒドラジドと式: $E^{101}-COCI$ (式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表

されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式:-COO-である場合、アミン(2)のかわりに式: $HO-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるフェノール誘導体を用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式:-CONHNH-である場合、Tミン(2)のかわりに式: $H_2N-NH-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるヒドラジンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。一般式(I)において、Xが式: $-CONHCH_2CONH-$ (該連結基は置換基を有していてもよい)である場合、Tミン(2)のかわりに式: $H_2N-CH_2CONH-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるTミンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが下記式:

(該連結基は置換基を有していてもよい) である場合、下記式:

(式中、環2は上記定義と同義である)

で表されるアミン式と、式: E^{101} - COOH (式中、 E^{101} は上記定義と同義で

ある)で表されるカルボン酸若しくは式: E^{101} -COCl(式中、 E^{101} は上記 定義と同義である)で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的と する化合物を製造することができる。

ここで、下記式:

で表されるアミンは、例えば、反応工程式1-2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式1-2

(式中、環 Z は上記定義と同義である)

アセトフェノン (19) をブロモ化することにより、ブロモアセトフェノン (20) を製造することができる。

この反応は、ブロモ化剤の存在下、溶媒中、0℃ないし100℃の反応温度で行われる。

プロモ化剤としては、例えば、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミドを 好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒を用いることができる。

次いでブロモアセトフェノン (20) とチオウレアを反応することによりアミン (21) を製造することができる。

この反応は、溶媒中、0℃ないし120℃の反応温度で行われる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例え

ばエタノール等のアルコール系溶媒を用いることができる。

<方法2>

一般式(I)において、Xが-CH2NH-で表される化合物は、例えば、反応 工程式2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式2

(式中、A、環Z及びEは、一般式(I)における定義と同意義である)

まず、アルデヒド(5)とアミン(6)とを脱水縮合させることにより、式(7)のイミン誘導体を製造することができる。この反応は、脱水剤の存在下又は非存在下において、溶媒中で0C~100Cの反応温度で行われる。脱水剤としては無水硫酸マグネシウム、モレキュラーシーブなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。

上記方法は、Xが他の連結基(例えば、-CONHN=CH-、-CH=NNH CO-、-CHNNH-;該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合においても、原料を適切に組み合わせることによって適用可能である。

一般式(I)において、Xが式:-CONHN=CH-である場合、式:HO-(環Z) $-CONHNH_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である)で表されるヒドラジドと式:E-CHO(式中、Eは上記定義と同義である)で表されるアルデヒドを用いることにより、E1的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式:-CH=NNHCO-である場合、式:HO-(環 Z)-CHO(式中、環 Z は上記定義と同義である)で表されるアルデヒド と式:E-CONHNH2(式中、Eは上記定義と同義である)で表されるヒド ラジドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式: -CH=NNH-である場合、式: HO- (環 Z) -CHO (式中、環Zは上記定義と同義である) で表されるアルデヒドと式: $E-NHNH_2$ (式中、Eは上記定義と同義である) で表されるヒドラジンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

次いで、イミン誘導体(7)を還元することにより目的化合物である(8)を製造することができる。この反応は、還元剤の存在下に溶媒中で0 \mathbb{C} ~100 \mathbb{C} の反応温度で行われる。還元剤としては水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウムなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。またこの反応は、接触水素添加法によっても行われる。触媒としてはパラジウム炭素、白金炭素、水酸化パラジウム、パラジウムブラックなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。反応は0 \mathbb{C} ~200 \mathbb{C} の反応温度、水素圧は常圧又は加圧下で行われる。

<方法3>

一般式(I)において、Xが-CH=CH-(該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式3-1、又は反応工程式3-2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式3-1

(式中、環 Z 及び E は、一般式(I) における定義と同意義であり、 $W^{3\,0\,1}$ は、O,O' - ジー炭化水素 - ホスホノ基又はトリアリールホスホニウム基を表す)アルデヒド(9-1)とリン化合物($1\,0-1$)とを脱水縮合させることにより、目的化合物である($1\,1$)を製造することができる。この反応は、塩基存在下、

溶媒中で0℃~溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、炭酸ナトリウム、 炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチ ルアミン、N, Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。溶媒としては、 非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタ ノール、エタノール、水等が好ましい。

反応工程式3-2

(式中、環 Z 及び E は、一般式 (I) における定義と同意義であり、W³⁰²は、 ハロゲン原子 (好ましくは沃素原子、臭素原子)、(トリフルオロメタンスルホニル) オキシ基などを表す)

ハロゲン化物(9-2)とスチレン誘導体(10-2)とを遷移金属錯体触媒の存在下、カップリング反応させることにより、目的化合物である(11)を製造することができる。この反応は、遷移金属錯体触媒の存在下、配位子及び/又は塩基の存在又は非存在下、溶媒中で0℃~溶媒沸点の反応温度で行われる。遷移金属錯体触媒としては、例えば、酢酸パラジウム、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム等のパラジウム系触媒が挙げられる。配位子としては、例えば、トリフェニルホスフィン等のホスフィン系配位子が挙げられる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N、Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。溶媒としては、非反応性の溶媒が挙げられるが、N、Nージメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、1、4ージオキサン等が好ましい。

<方法4>

一般式(I)において、Xが-COCH=CH-Dび $-COCH_2CH_2$ CH $_2$ -(該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応

工程式4に示す方法によって製造することができる。 反応工程式4

(式中、環Z及びEは、一般式(I)における定義と同意義である)

まず、ケトン(12)とアルデヒド(13)とを脱水縮合させることにより、目的化合物であるエノン(14)を製造することができる。この反応は、塩基の存在下、溶媒中で0℃~溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N, Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。

<方法5>

一般式(I)において、Xが-NHCONH-(該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式5に示す方法によっ

て製造することができる。

反応工程式5

(式中、環Z及びEは、一般式(I)における定義と同意義である)

まず、アミン(16)とイソシアネート(17)とを反応させることにより、目的化合物であるウレア(18)を製造することができる。この反応は、塩基の存在又は非存在下、溶媒中で0 $^{\circ}$ ~溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N, Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。<

一般式(I) において、Xが式: $-CONHNHCH_2-$ (該連結基は置換基を有していてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式6に示す方法によって製造することができる。

反応工程式6

(式中、環 Z 及びE は上記定義と同義であり、V はハロゲン原子等の脱離基を表す)

ヒドラジド(22)とベンジル誘導体(23)を反応させることにより、目的と するヒドラジド(24)を製造することができる。

この反応は、塩基の存在又は非存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度

で行われる。

塩基としては、例えば、ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒;テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒;トルエン等の炭化水素系溶媒を用いることができる。

<方法7>

一般式(I)において、Xが式:

で表される化合物は、例えば、反応工程式7に示す方法によって製造することができる。

反応工程式7

(式中、環Z及びEは上記定義と同義である)

アルデヒド(9-1)と3-ベンジルチアゾリジン-2,4-ジオン誘導体(25)を反応させることにより、目的とする5-(ベンジリデン)-3-ベンジルチアゾリジン-2,4-ジオン誘導体(26)を製造することができる。この反応は、触媒の存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。触媒としては、例えば、ピペリジン/酢酸の混合物を好適に用いることができる。反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、トルエン等の炭化水素系溶媒を用いることができる。

ここで、下記式:

(式中、Eは上記定義と同義である)

で表される3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体は、例えば、反応 工程式7-1に示す方法によって製造することができる。

反応工程式7-1

(式中、E及びVは上記定義と同義である)

チアゾリジン-2, 4-ジオン(30)とベンジル誘導体(23)を反応させることにより、目的とする3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体(28)を製造することができる。

この反応は、塩基の存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。 塩基としては、例えば、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基;ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、水;エタノール等のアルコール系溶媒;ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒;テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒;N,Nージメチルホルムアミド等のアミド系溶媒を用いることができる。

以上のような方法で製造された一般式 (I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び (I-4) で表される化合物は、当業者に周知の方法、例えば、抽出、沈殿、分画クロマトグラフィー、分別結晶化、懸濁洗浄、再結晶などにより、単離、精

製することができる。また、本発明化合物の薬理学的に許容される塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物も、それぞれ当業者に周知の方法で製造することができる。

本明細書の実施例には、一般式 (I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び (I-4) に包含される代表的化合物の製造方法が具体的に説明されている。従って、当業者は、上記の一般的な製造方法の説明及び実施例の具体的製造方法の説明を参照しつつ、適宜の反応原料、反応試薬、反応条件を選択し、必要に応じてこれらの方法に適宜の修飾ないし改変を加えることによって、一般式(I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び(I-4) に包含される化合物をいずれも製造可能である。

一般式(I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び(I-4)で示される化合物は抗アレルギー作用を有しており、アレルギー性疾患の予防及び/又は治療のための医薬の有効成分として有用である。上記の医薬は、マスト細胞の増殖抑制作用、B細胞からのIgE産生抑制作用、及び/又は活性化マスト細胞からの脱顆粒阻害作用を有しており、アレルギー反応発現抑制剤としても好適に用いることができる。より具体的には、本発明の医薬は、次に示すようなアレルギー反応が関与していると考えられる疾患、例えば接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、湿疹、掻痒、花粉症、喘息、気管支炎、蕁麻疹、血管炎、鼻炎、胃腸症、下痢、間質性肺炎、関節炎、眼炎、結膜炎、神経炎、中耳炎、肉芽腫症、脳脊髄炎、膀胱炎、喉頭炎、紫斑病、食物アレルギー、昆虫アレルギー、薬物アレルギー、金属アレルギー、アナフェラキシーショックなどのアレルギー性疾患及び/又は子宮内膜症及び/又は子宮筋腫の予防及び/又は治療にも有用である。

また、子宮内膜症においては、子宮内膜組織の子宮外での異常増殖に伴い、子宮とその周辺組織との癒着が高頻度で起こることが知られている。これはアレルギー反応等による炎症反応が原因で、組織の繊維化や肥厚等に代表されるリモデリングという現象が起こっていることが知られている(「フロンティアーズ・イン・バイオサイエンス(Frontiers in Bioscience)」、(米国)、2002年、第7巻、

4月1日号, p. e 9 1 - 1 1 5)。組織の繊維化については、炎症によりエフェクター細胞の浸潤や繊維芽細胞の増殖活性化が起こり、コラーゲンが大量に産生されることが原因の一つであることは良く知られている。このリモデリング現象は子宮内膜症における組織の癒着のみならず、心筋梗塞後の心筋のリモデリング、動脈硬化による血管のリモデリング、気管支喘息による気管支のリモデリング等に共通のメカニズムで起こるものであると考えられる。従って、繊維芽細胞の増殖または活性化の抑制は、子宮内膜症のみならず、心筋梗塞、動脈硬化、喘息、腎炎、間質性肺炎、肺繊維症、肝硬変等の組織の繊維化またはリモデリングの関わっている疾患の治療薬として有用であると考えられる。

本発明の化合物は、繊維芽細胞様の性質を有し、コラーゲン産生能をもつ繊維肉腫細胞である HT-1080 の PDGF (platelet-derived growth factor) による増殖刺激下での細胞増殖を抑制したことから、組織の繊維化またはリモデリングの関わっている疾患の治療薬及び/又は予防薬として有用であると考えられる。

本発明の医薬の有効成分としては、一般式(I)、(I-1)、(I-2)、(I-3)、及び(I-4)で表される化合物及び薬理学的に許容されるそれらの塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質の1種又は2種以上を用いることができる。本発明の医薬としては上記の物質自体を用いてもよいが、好適には、本発明の医薬は有効成分である上記の物質と1又は2以上の薬学的に許容される製剤用添加物とを含む医薬組成物の形態で提供される。上記医薬組成物において、製剤用添加物に対する有効成分の割合は、1重量%から90重量%程度である。

本発明の医薬は、例えば、顆粒剤、細粒剤、散剤、硬カプセル剤、軟カプセル剤、シロップ剤、乳剤、懸濁剤、又は液剤などの経口投与用の医薬組成物として投与してもよいし、静脈内投与、筋肉内投与、若しくは皮下投与用の注射剤、点滴剤、坐剤、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤、点鼻剤、点耳剤、点眼剤、吸入剤などの非経口投与用の医薬組成物として投与することもできる。粉末の形態の医薬組成物として調製された製剤を用時に溶解して注射剤又は点滴剤として使用してもよい。

医薬用組成物の製造には、固体又は液体の製剤用添加物を用いることができる。 製剤用添加物は有機又は無機のいずれであってもよい。すなわち、経口用固形製 剤を製造する場合は、主薬に賦形剤、さらに必要に応じて結合剤、崩壊剤、滑沢 剤、着色剤、矯味矯臭剤などを加えた後、常法により錠剤、被覆錠剤、顆粒剤、 散剤、カプセル剤などの形態の製剤を調製することができる。用いられる賦形剤 としては、例えば、乳糖、蔗糖、白糖、ブドウ糖、コーンスターチ、デンプン、 タルク、ソルビット、結晶セルロース、デキストリン、カオリン、炭酸カルシウ ム、二酸化ケイ素などを挙げることができる。結合剤としては、例えば、ポリビ ニルアルコール、ポリビニルエーテル、エチルセルロース、メチルセルロース、 アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、シェラック、ヒドロキシプロピルセルロ ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、クエン酸カルシウム、デキストリ ン、ペクチンなどを挙げることができる。滑沢剤としては、例えば、ステアリン 酸マグネシウム、タルク、ポリエチレングリコール、シリカ、硬化直物油などを 挙げることができる。着色剤としては、通常医薬品に添加することが許可されて いるものであればいずれも使用することができる。矯味矯臭剤としては、ココア 末、ハッカ脳、芳香酸、ハッカ油、龍脳、桂皮末などを使用することができる。 これらの錠剤、顆粒剤には、糖衣、ゼラチン衣、その他必要により適宜コーティ ングを付することができる。また、必要に応じて、防腐剤、抗酸化剤等を添加す ることができる。

経口投与のための液体製剤、例えば、乳剤、シロップ剤、懸濁剤、液剤の製造には、一般的に用いられる不活性な希釈剤、例えば水又は植物油を用いることができる。この製剤には、不活性な希釈剤以外に、補助剤、例えば湿潤剤、懸濁補助剤、甘味剤、芳香剤、着色剤又は保存剤を配合することができる。液体製剤を調製した後、ゼラチンのような吸収されうる物質のカプセル中に充填してもよい。非経口投与用の製剤、例えば注射剤又は坐剤等の製造に用いられる溶剤又は懸濁剤としては、例えば、水、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ベンジルアルコール、オレイン酸エチル、レシチンを挙げることができる。坐剤の

製造に用いられる基剤としては、例えば、カカオ脂、乳化カカオ脂、ラウリン脂、 ウィテップゾールを挙げることができる。製剤の調製方法は特に限定されず、当 業界で汎用されている方法はいずれも利用可能である。

注射剤の形態にする場合には、担体として、例えば、水、エチルアルコール、マクロゴール、プロピレングリコール、クエン酸、酢酸、リン酸、乳酸、乳酸ナトリウム、硫酸及び水酸化ナトリウム等の希釈剤;クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム及びリン酸ナトリウム等のpH 調整剤及び緩衝剤;ピロ亜硫酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸、チオグリコール酸及びチオ乳酸等の安定化剤等が使用できる。なお、この場合、等張性の溶液を調製するために十分な量の食塩、ブドウ糖、マンニトール又はグリセリンを製剤中に配合してもよく、通常の溶解補助剤、無痛化剤又は局所麻酔剤等を使用することもできる。

軟膏剤、例えば、ペースト、クリーム及びゲルの形態にする場合には、通常使用される基剤、安定剤、湿潤剤及び保存剤等を必要に応じて配合することができ、常法により成分を混合して製剤化することができる。基剤としては、例えば、白色ワセリン、ポリエチレン、パラフィン、グリセリン、セルロース誘導体、ポリエチレングリコール、シリコン及びベントナイト等を使用することができる。保存剤としては、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル等を使用することができる。貼付剤の形態にする場合には、通常の支持体に上記軟膏、クリーム、ゲル又はペースト等を常法により塗布することができる。支持体としては、綿、スフ及び化学繊維からなる織布又は不織布;軟質塩化ビニル、ポリエチレン及びポリウレタン等のフィルム又は発泡体シートを好適に使用できる。

本発明の医薬の投与量は特に限定されないが、経口投与の場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として通常0.01~5,000mgである。この投与量を患者の年令、病態、症状に応じて適宜増減することが好ましい。前記一日量は一日に一回、又は適当な間隔をおいて一日に2~3回に分けて投与してもよいし、数日おきに間歇投与してもよい。注射剤として用いる場合には、成

人一日あたり有効成分である上記物質の重量として0.001~100mg程度である。

実施例

以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲は下記の 実施例に限定されることはない。実施例中、化合物番号は上記の表において示し た化合物の番号と対応させてある。また、本実施例中には、市販の試薬を購入し そのまま試験に供した化合物が含まれる。そのような化合物については、試薬の 販売元及びカタログに記載されているコード番号を示す。

例1:化合物番号1の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、5ーブロモサリチル酸(217mg, 1mmol)、3, 5ービス(トリフルオロメチル)ベンジルアミン(243mg, 1mmol)、4ージメチルアミノピリジン(12mg, 0.1mmol)、テトラヒドロフラン(10ml)の混合物に1ー(3ージメチルアミノプロピル)ー3ーエチルカルボジイミド塩酸塩(以下、WSC・HClと略す;192mg, 1mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色固体(244.8mg, 55.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 69 (2H, d, J=5.7Hz), 6. 93 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 56 (1H, dd, J=8.7, 2.4 Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 06 (3H, s), 9. 41 (1H, t, J=5.7Hz), 12. 13 (1H, s).

例2:化合物番号2の化合物の製造

(1) 2-アセトキシ-N-(2-フェネチル) ベンズアミド O-アセチルサリチル酸クロリド (0.20g, 1.00mmol) をベンゼン

 $(8\,\mathrm{m\,L})$ に溶かし、フェネチルアミン($0.12\,\mathrm{g}$, $1.00\,\mathrm{mmo}$ 1)、ピリジン($0.3\,\mathrm{m\,L}$)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-2+サン:酢酸エチル= $2:1\rightarrow1:1$)で精製して標題化合物の白色結晶($1.55.5\,\mathrm{m\,g}$, 5.4.9%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 09 (3H, s), 2. 92 (2H, t, J = 6. 8Hz), 3. 71 (2H, q, J=6. 8Hz), 6. 32 (1H, br s), 7. 07 (1H, dd, J=8. 4, 1. 2Hz), 7. 23-7. 35 (6H, m), 7. 44 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 6, 1. 6Hz), 7. 7 3 (1H, dd, J=7. 6, 1. 6Hz).

以下の実施例において例 2 (1) の製造法が引用されている場合、塩基としては、 ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、 ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を単独若しくは混合し て用いた。

(2) 2-ヒドロキシ-N-(2-フェネチル) ベンズアミド

2-アセトキシーN-(2-フェネチル) ベンズアミド (155.5mg) にメタノール (5mL)、2規定水酸化ナトリウム (0.1mL)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化 (ジクロロメタン/ヘキサン) して標題化合物の白色固体 (106.9mg, 80.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 86 (2H, t, J=7.6Hz), 3. 52 (1H, q, J=7.6Hz), 6. 84-6. 88 (2H, m), 7. 18 -7. 31 (5H, m), 7. 37 (1H, ddd, J=8.4, 7.2, 1.6 Hz), 7. 80 (1H, dd, J=8.4, 1.6Hz), 8. 84 (1H, s), 12. 51 (1H, s).

以下の実施例において例 2 (2) の方法が引用されている場合、塩基としては、 水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒として は、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは 混合して用いた。

(3) 5 - ブロモー 2 - ヒドロキシー N - (2 - フェネチル) ベンズアミド (化 合物番号 2)

2-ヒドロキシ-N-(2-フェネチル)ベンズアミド(79.6mg, 0.33mmol)に四塩化炭素(5mL)、鉄粉(0.03g)、臭素(25μ 1, 0.48mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を亜硫酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して標題化合物の白色粉末(62mg, 58.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 85 (2H, t, J=7.6Hz), 3. 52 (1H, q, J=7.6Hz), 6. 87 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 18-7. 31 (5H, m), 7. 52 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 90 (1H, s), 12. 51 (1H, s).

例3:化合物番号3の化合物の製造

5-プロモサリチル酸($109\,\mathrm{mg}$, $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$)、2-アミノ-5-(モルホリノ)カルボニルインダン($141\,\mathrm{mg}$, $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$)、トリエチルアミン($70\,\mu\mathrm{L}$, $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$)のジクロロメタン($5\,\mathrm{mL}$)溶液に、WSC・HCl($96\,\mathrm{mg}$, $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$)を添加し、 $40\,\mathrm{CC}\,1$. 5時間加熱攪拌した。冷却後、酢酸エチルで希釈し、2規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン:メタノール=19:1)で精製し、標題化合物の白色結晶($26\,\mathrm{mg}$, 11.9%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 66 (1H, dd, J=16. 2, 7. 2 Hz), 2. 82 (1H, dd, J=16. 2, 7. 2Hz), 3. 16-3. 2 5 (2H, m), 3. 43-3. 86 (8H, m), 4. 79-4. 92 (1H, m), 6. 88 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 14-7. 15 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 74 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 84 (1H, d, J=2. 4Hz).

[2-アミノー5-(モルホリノ) カルボニルインダン: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 2000年, 第48巻, p. 131参照]

例4:化合物番号4の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Apin Chemicals社

カタログコード番号: N 0100D

例5:化合物番号5の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Specs社

カタログコード番号:AI-233/31581024

例6:化合物番号6の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社

カタログコード番号: RJC 00106

例7:化合物番号7の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Maybridge社

カタログコード番号: BTB 13230

例8:化合物番号8の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社

カタログコード番号: BTB 114482

例9:化合物番号9の化合物の製造

5ークロロサリチルアルデヒド(313mg,2mmol)、4ークロロベンジルトリフェニルフォスフォニウムクロリド(847mg,2mmol)をN,Nージメチルホルムアミド(20mL)に溶解し、炭酸カリウム(1.382g,10mmol)を水(10mL)に溶かして加え、5時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物の灰白色固体(44.6mg,8.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 04 (1H, s), 6. 74 (1H, d, J = 9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 10 (1H, d d, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 26 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 33 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 45 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 4Hz).

例10:化合物番号10の化合物の製造

(1) 5-プロモーN-(3, 5-ジクロロフェニル)-2-メトキシベンゼンスルホンアミド

5ーブロモー2ーメトキシベンゼンスルホニルクロリド (857mg, 3mmo l) をジクロルメタン (6mL) に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3, 5ージクロロアニリン (510mg, 3.15mmol)、ピリジン (261mg, 3.3mmol)のジクロルメタン (2mL)を滴下、次いで室温で6時間攪拌した。反応混合物をジクロルメタンで希釈し2規定塩酸,水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーヘキサンー酢酸エチル晶析して、標題化合物の白色結晶 (900mg, 73.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 4. 03 (3H, s), 6. 92 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 07-7. 08 (1H, m), 7. 24 (1H, brs), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-ブロモーN-(3, 5-ジクロロフェニル) -2-ヒドロキシベンゼンスルホンアミド(化合物番号10)

5-ブロモーNー(3, 5-ジクロロフェニル)-2-メトキシベンゼンスルホンアミドの白色結晶($206\,\mathrm{mg}$, $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$)、沃化リチウム($134\,\mathrm{mg}$, $1\,\mathrm{mmo}\,1$)、2, 4, 6-コリジン($5\,\mathrm{mL}$)の混合物をアルゴン雰囲気下に $30\,\mathrm{分間加熱環流した}$ 。反応混合物を室温まで冷却した後、2規定塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し,無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をn-ヘキサンー酢酸エチルで晶析して標題化合物の白色結晶($90\,\mathrm{mg}$, 45.3%)を得た。

mp 158-159℃.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 9 2 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 1 1 (2H, d, J=2.1Hz), 7. 21-7. 22 (1H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 70 (1H, br), 11. 37 (1H, br)

例11:化合物番号11の化合物の製造

2-アミノフェノール (120mg, 1.1mmol)をジクロロメタン (5mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3,5-ビス (トリフルオロメチル)ベンゾイルクロリド (300mg, 1.1mmol)のジクロルメタン (3mL)溶液、ピリジン (0.5mL)を滴下し、次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をエタノール (5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム (0.1mL, 0.

2 mm o 1) を滴下し、次いで室温で30分攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n - ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標題化合物の淡桃色結晶(288mg,73.6%)を得た。

mp 183℃ (dec.).

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₈): δ 6. 83 (1H, td, J=8. 0, 1. 2Hz), 6. 93 (1H, dd, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 08 (1H, td, J=8. 0, 1. 6Hz), 7. 50 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 35 (2H, s), 9. 61 (1H, s), 10. 15 (1H, s).

例12:化合物番号12の化合物の製造

2-アミノー4ークロロフェノール(316mg, 2.2mmol)、トリエチルアミン(243mg, 2.4mmol)をジクロルメタン(8mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3,5ージクロロベンゾイルクロリド(419mg,2mmol)のジクロルメタン(2mL)溶液を滴下し、次いで室温で15時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、淡褐色固体を得た。これをnーヘキサン-酢酸エチルで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の白色結晶(205mg,32.4%)を得た。

mp 251-252°C.

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 6. 93 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 11 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 67 (2H, d, J=2. 7Hz), 7. 86-7. 87 (1H, m), 7. 97 (1H, d, J=1. 8Hz), 9. 85 (1H, s), 10. 03 (1H, s).

例13:化合物番号13の化合物の製造

2-アミノー4ークロロフェノール (287mg, 2mmol)、3, 5-ジクロ

ロベンゼンスルホニルクロリド(540mg, 2.2mmo1)をジクロルメタン(4mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下にピリジン(1mL)を滴下し、次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n-{\wedge}$ キサン:酢酸エチル= $3:1{\rightarrow}1:1$)で精製し、赤褐色固体を得た。これを $n-{\wedge}$ キサンー酢酸エチル晶析して標題化合物の微褐色結晶(445mg, 63.1%)を得た。

mp 190-191°C.

the again areas of the energy against the con-

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 6. 68 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 08 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 70 (2H, d, J=1.8Hz), 7. 95-7. 96 (1H, m), 10. 00 (1H, s), 10. 06 (1H, s).

例14:化合物番号14の化合物の製造

(1) 4 - ブロモー 2 - [(3, 5 - ジクロロフェニルイミノ) メチル] フェノール

5 - ブロモサリチルアルデヒド (1.01g,5mmol),3,5 - ジクロロアニリン (810mg,5mmol)、エタノール (25mL) の混合物をアルゴン雰囲気下に1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、析出した結晶を適取して、標題化合物の橙色結晶(1.52g,88.2%)を得た。

mp 161-163°C.

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 94 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 16 (2H, d, J=1.8Hz), 7. 30-7. 31 (1H, m), 7. 47-7. 53 (2H, m), 8. 51 (1H, s).

(2) N-[(5-ブロモ-2-ヒドロキシフェニル)メチル]-3,5-ジクロロアニリン(化合物番号14)

4ープロモー2ー[(3,5ージクロロフェニルイミノ)メチル]フェノール(1.

 $0.4\,\mathrm{g}$, $3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$) をテトラヒドロフラン($1.2\,\mathrm{mL}$) 及びエタノール($6\,\mathrm{m}\,$ L)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に水素化ホウ素ナトリウム($1.1\,3\,\mathrm{m}\,\mathrm{g}$, $3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)を添加し、次いで室温で $1.2\,\mathrm{em}\,\mathrm{lill}$ 提押した。反応混合物にアセトン($1.0\,\mathrm{mL}$)を添加し、減圧下に濃縮して得られた残渣に水を加えてジクロルメタンで抽出した。ジクロルメタン層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n-\sim$ キサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、淡黄色粘稠性物質を得た。これを $n-\sim$ キサンで結晶化して標題化合物の白色結晶($9.7.1\,\mathrm{m}\,\mathrm{g}$, 9.3.3.3%)を得た。

mp 125-126°C.

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4. 31 (2H, s), 6. 64 (2H, d, J=1.8Hz), 6. 74-6. 77 (1H, m), 6. 84-6. 85 (1H, m), 7. 30-7. 34 (2H, m).

例15:化合物番号15の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号:S3203-5

例16:化合物番号16の化合物の製造

 $5-\rho$ ロロサリチル酸($173\ mg$, $1\ mmo1$)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)-Nーメチルアニリン($243\ mg$, $1\ mmo1$)、三塩化リン($44\ \mu 1$, $0.5\ mmo1$)、モノクロロベンゼン($5\ mL$)の混合物をアルゴン雰囲気下に $3\ mg$ 間が悪還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、n-ヘキサン($5\ 0\ mL$)を添加し、析出した粗結晶を濾取して酢酸エチル($5\ 0\ mL$)に溶解した。酢酸エチル溶液を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標題化合物の白色結晶($7\ 5\ mg$, 18.9%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 57 (3H, s), 6. 59 (1H, d, J = 2. 4Hz), 6. 94 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 58 (2H, s), 7. 80 (1H, s), 10. 00 (1H, brs).

以下の実施例において例16の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例17:化合物番号17の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び7 ートリフルオロメチルー1,2,3,4 ーテトラヒドロキノリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:42.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 08 (2H, m), 2. 92 (2H, t, J = 6. 6Hz), 3. 95 (2H, t, J=6. 6Hz), 6. 91-6. 94 (2H, m), 7. 14 (1H, s), 7. 32-7. 35 (2H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 10. 06 (1H, s).

例18:化合物番号18の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:51.2%

mp 246-248°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 26 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 31-7. 37 (2H, m), 7. 44-7. 50 (1H, m), 7. 65-7. 68 (1H, m), 7. 85-7. 90 (4H, m), 10. 23 (1H, s), 10. 74 (1H, s).

例19:化合物番号19の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ジクロ

ロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.3%

mp 254-255°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 34-7. 39 (3H, m), 7. 49 -7. 54 (1H, m), 7. 76-7. 79 (1H, m), 7. 89 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 92 (1H, m), 8. 39 (1H, s), 10. 75 (1 H, s), 11. 01 (1H, s).

例20:化合物番号20の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S01361-8

例21:化合物番号21の化合物の製造

原料として、1-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 51 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 60 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 70 (1H, td, J=7. 8, 0.9Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=8.4Hz), 8. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 8. 33 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 51 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 13. 36 (1H, s).

例22:化合物番号22の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S58026-0

例23:化合物番号23の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S63263-5

例24:化合物番号24の化合物の製造

 $5-\rho$ ロロー2ーヒドロキシニコチン酸(174mg, 1mmo 1)、3, 5ービス(トリフルオロメチル)アニリン(275mg, 1.2mmo 1),ピリジン(316mg, 4mmo 1)をテトラヒドロフラン(20mL)及びジクロルメタン(10mL)に溶解し,オキシ塩化リン(0.112ml, 1.2mmo 1)を添加し,次いで室温で2時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル(100mL)及び0.2規定塩酸(100mL)にあけ,30分間攪拌したあとにセライトろ過紙、濾液の水層を酢酸エチルで抽出した。合わせた酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し,無水硫酸マグネシウムで乾燥した後溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+サン:酢酸エチル=2:1 1:1)で精製し、淡黄色固体を得た。これをエタノールで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の白色結晶(183mg, 47.6%)を得た。

融点:>270℃

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 83 (1H, s), 8. 15 (1H, d, J=3. 3Hz), 8. 36 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 40 (2H, s), 12. 43 (1H, s).

以下の実施例において例24の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例25:化合物番号25の化合物の製造

原料として、5-クロロ-2-ヒドロキシニコチン酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:42.9%

WO 03/103665 PCT/JP03/07120 "

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 3 9 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 96 (1H, d, J=2. 1Hz), 12. 76 (1H, s), 13. 23 (1H, s).

例26:化合物番号26の化合物の製造

原料として、5-クロロー2-ヒドロキシニコチン酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 29 (18H, s), 7. 18 (1H, t, J=1.8Hz), 7. 52 (2H.d, J=1.8Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 35 (1H, d, J=3.3Hz), 11. 92 (1H, s), 13. 10 (1H, s).

例27:化合物番号27の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシピリジン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様にして、標題化合物を得た。 収率:45.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8H z), 7. 46 (1H, dd, J=8. 4, 4. 2Hz), 7. 68 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=4. 2, 1. 2Hz), 8. 25 (2H, s), 10. 24 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例28:化合物番号28の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニルイソシアネート(255mg, 1.0mmol)をテトラヒドロフラン(5mL)に溶解し、6-クロローオキシインドール(<math>184mg, 1.1mmol)のテトラヒドロフラン(5ml)溶液、トリエチルアミン(0.3mL)を加え、室温で4時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽

和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた 残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-n+y:酢酸エチル=4:1)で 精製して標題化合物の桃色固体(172.2mg, 40.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 97 (2H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 2. 1Hz), 7. 41 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 8 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例29:化合物番号29の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシキノキサリン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 40-7. 45 (2H, m), 7. 69 (1H, td, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 90-7. 93 (2H, m), 8. 41 (2H, s), 11. 64 (1H, s), 13. 02 (1H, s).

例30:化合物番号30の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S83846-2

例31:化合物番号31の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社`

カタログコード番号: RDR 01818

例32:化合物番号32の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-ナフチルアミンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51-7. 61 (4H, m), 7. 85 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 96 (1H, d, J=7.5Hz), 7. 99-8. 05 (2H, m), 8. 13 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 88 (1H, s), 12. 31 (1H, s).

例33:化合物番号33の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ーメトキシー2 ーナフチルアミンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 39-7. 45 (1H, m), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 83 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 0 (1H, d, J=7. 8Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 88 (1H, s).

例34:化合物番号34の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー5-クロロ安息香酸

 $5-\rho$ ロロサリチル酸(13.35g, 77mmol)、無水酢酸(20mL)の混合物に濃硫酸(0.08mL)をゆっくり滴下した。反応混合物が固化した後、氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-へキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(15.44g, 93.0%)を得た。 ^1H-NMR ($DMSO-d_6$): δ 2.25(3H, s), 7.27(1H, d, J=8.7Hz), 7.72(1H, dd, J=8.7Hz), 7.72(1H, dd, J=8.7Hz), 7.89(1H, d, J=2.7Hz), 13.47(1H, s).

(2)2-アセトキシー5-クロローN-(1-メトキシナフタレン-3-イル) ベンズアミド (化合物番号34)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び4-メトキシ-2-ナ

フチルアミンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.9% 赤色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 3. 96 (3H, s), 7. 23 (1H, d, J=1. 2Hz), 7. 34 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 40 (1H, dt, J=8. 1, 1. 2Hz), 7. 50 (1H, dt, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 67 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 02 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 10. 58 (1H, s).

例35:化合物番号35の化合物の製造

原料として、5 - クロロサリチル酸、及び2 - アミノー4, 5, 6, 7 - テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3 - カルボン酸 エチルエステルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 74 (4H, br), 2. 63 (2H, br), 2. 75 (2H, br), 4. 30 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 5 0 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 23 (1H, s), 13. 07 (1H, s).

例36:化合物番号36の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-アミノ-5-フェニルピラゾール を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 9. 2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 01 (1H, s), 7. 35 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 46 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 74 -7. 76 (2H, m), 8. 19 (1H, s), 10.86 (1H, s), 12.

09 (1H, s), 13.00 (1H, brs).

例37:化合物番号37の化合物の製造

(1) 2ーアミノー4, 5ージエチルオキサゾール

プロピオイン (1.03g, 8.87mmol) をエタノール (15mL) に溶かし、シアナミド (0.75g, 17.7mmol) ナトリウムエトキシド (1.21g, 17.7mmol) を加え、室温で3.5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ジクロロメタン:メタノール=9:1) で精製して標題化合物の黄色アモルファス (369.2mg, 29.7%) を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 04 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 06 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 20 (2H, q, J=7.5Hz), 2. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 15 (2H, s).

(2) 2-アセトキシ-5-ブロモ-N-(4, 5-ジエチルオキサゾール-2-イル) ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-ブロモ安息香酸、及び2-アミノ-4,5-ジエチルオキサゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:22.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 3 (3H, t, J=7. 5Hz), 2. 38 (3H, s), 2. 48 (2H, q, J=7. 5Hz), 2. 57 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 32 (1H, s), 11. 40 (1H, br).

[2-アセトキシー5-ブロモ安息香酸: 「ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・メディシナルケミストリー (Europian Journal of Medicinal Chemistry)」, 1996年,第31巻, p. 861-874を参照し、原料として、5-ブロモサリチル酸、及び無水酢酸例を用いて34(1)と同様の操作を行って得た。]

(3) 5ーブロモーNー(4, 5ージエチルオキサゾールー2ーイル)ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号37)

原料として、2-アセトキシー5-プロモ-N-(4, 5-ジエチルオキサゾール-2-イル)ベンズアミドを用いて例 2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.2%

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1. 25 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 26 (3H, t, J=7. 5Hz), 2. 52 (2H, q, J=7. 5Hz), 2. 60 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 84 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 8. 17 (1H, d, J=3. 0 Hz), 11. 35 (1H, br), 12. 83 (1H, br).

例38:化合物番号38の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5-ジフェニルオキ サゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 32.6%

融点:188-189℃

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 40-7. 49 (6H, m), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 59-7. 63 (3H, m), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 80 (2H, brs).

[2-アミノー4,5-ジフェニルオキサゾール:「ツォーナル・オルガニッシェスコイ・キミー:ロシアン・ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (Zhournal Organicheskoi Khimii: Russian Journal of Organic Chemistry)」, (ロシア),1980年,第16巻,p. 2185参照]

例39:化合物番号39の化合物の製造

(1) 2-Tミノー4, 5-ビス(フランー2-イル)オキサゾールフロイン(0.50g, 2.60mmol)をエタノール(15ml)に溶かし、

シアナミド (218.8 mg, 5.20 mm o 1)、ナトリウムエトキシド (53 0.8 mg, 7.80 mm o 1)を加え、室温で 2 時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル=1:1→1:2)で精製して標題化合物の黒褐色結晶 (175.0 mg, 31.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 59 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 62 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 73 (1H, dd, J=3. 3, 0. 6Hz), 6. 80 (1H, dd, J=3. 3, 0. 9Hz), 7. 05 (2H, s), 7. 75-7. 76 (2H, m).

(2) 5-ブロモーN-[4, 5-ビス(フラン-2-イル) オキサゾール-2-イル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号39)

原料として、5ーブロモサリチル酸、及び2ーアミノー4,5ービス(フランー2ーイル)オキサゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:12.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 65 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 68 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 75 (1H, d, J=8, 7Hz), 6. 92 (1H, dd, J=3. 6, 0. 9Hz), 6. 93 (1H, d, J=3. 3Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 80 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 84 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 84 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 14. 88 (2H, br).

例40:化合物番号40の化合物の製造

(1) 2-rセトキシーN-(5-r)フルオロメチル-1, 3, 4-fアジア $\sqrt[3]{-}$ ル-2-7ル) ベンズアミド

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び2-アミノ-5-(トリフルオロメチル)-1、3、4-チアジアゾールを用いて例 2(1)と同様の操作

を行い、標題化合物を得た。

収率:51.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 7. 32 (1H, d d, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 45 (1H, t d, J=7. 6, 1. 2Hz), 7. 69 (1H, t d, J=8. 0, 2. 0Hz), 7. 87 (1H, d d, J=8. 0, 2. 0Hz), 13. 75 (1H, brs).

(2) 2-ヒドロキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジア ゾール-2-イル) ベンズアミド (化合物番号 40)

原料として、2-アセトキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾール-2-イル)ベンズアミドを用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:92.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, td, J=8. 0, 0. 8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 51 (1H, ddd, J=8. 4, 7. 6, 2. 0Hz), 7. 92 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 12. 16 (1H, br).

例41:化合物番号41の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.2%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 01 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

例42:化合物番号42の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノ-2-クロロピリジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 54 (1H, d, J=8.4 Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 21 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 74 (1H, d, J=2.7Hz), 10.62 (1H, s), 11.57 (1H, s).

例43:化合物番号43の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-クロロ-4-メトキシピリミジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 2%、白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 86 (3H, s), 6. 85 (1H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 81 (1H, d, J=3. 0Hz), 11. 08 (1H, s), 11. 65 (1H, s).

例44:化合物番号44の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び5-アミノインドール を用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:13.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 20 (3H, s), 6. 41 (1H, t, J=2. 1Hz), 7. 27-7. 36 (4H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 74 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 93 (1H, s), 10. 21 (1H, s), 11. 04 (1H, s).

例45:化合物番号45の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Peakdale社

カタログコード番号: PFC-0448

例46:化合物番号46の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノキノリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 61 (1H, dt, J=7.8, 1.2Hz), 7. 70 (1H, dt, J=7.8, 1.5Hz), 7. 98 (2H, d, J=3.0Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 82 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 80 (1H, s), 11. 74 (1H, s).

例47:化合物番号47の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-9-エチルカルバゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 33 (3H, t, J=7.0Hz), 4. 46 (2H, q, J=7.0Hz), 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 21 (1H, t, J=7.3Hz), 7. 45-7. 52 (2H, m), 7. 64 -7. 65 (2H, m), 7. 70 (1H, d, J=8.4, 1.9Hz), 8. 11-8. 15 (2H, m), 8. 49 (1H, d, J=1.9Hz), 10. 55 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例48:化合物番号95の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:84.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 7. 19 (1H, d d, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 39 (1H, td, J=7. 6, 1. 2Hz), 7. 57 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 6, 1. 6Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 83 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 11 (2H, s), 8. 31 (1H, s).

例49:化合物番号48の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド (化合物番号 9 5) を用いて例 <math>2(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 02 (2H, m), 7. 45 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 2, 1. 6Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 87 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 8 0 (1H, s), 11. 26 (1H, s).

例50:化合物番号49の化合物の製造

原料として、5-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, ddd, J=9.0, 4.5, 1.2Hz), 7. 30-7. 37 (1H, m), 7. 66 (1H, ddd, J=9.0, 3.3, 1.2Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 21 (1H, brs).

例51:化合物番号50の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 45 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 39 (1H, s).

例52:化合物番号51の化合物の製造

原料として、5ープロモサリチル酸、及び3、5ービス(トリフルオロメチル)

アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 37 (1H, s).

この化合物は、下記製造法によっても得ることができた。

2-アセトキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)]ベンズアミド(化合物番号95;100mg,0.25mmol)の四塩化炭素(8mL)溶液に、鉄粉(30mg,0.54mmol)、臭素(0.02mL,0.39mmol)を添加し、次いで<math>50℃で4時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、 $NaHSO_4$ 水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色固体(600mg,54.9%)を得た。

例53:化合物番号52の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 86 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 13 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 84 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例54:化合物番号53の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 18 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 31 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 45 (2H, s), 8. 70 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 12 (1H, s). 例55: 化合物番号54の化合物の製造

(1) 2ーベンジルオキシー5ーホルミル安息香酸ベンジルエステル 5ーホルミルサリチル酸(4.98g,30mmol)、ベンジルブロミド(15.39g,90mmol)、炭酸カリウム(16.59g,120mmol)、メチルエチルケトン(350mL)の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製、イソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(5.98g,57.5%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 27 (2H, s), 5. 37 (2H, s), 7. 15 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 26-7. 46 (10H, m), 7. 99 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 91 (1H, s).

(2) 2-ベンジルオキシー5-シアノ安息香酸ベンジルエステル

2-ベンジルオキシー5-ホルミル安息香酸ベンジルエステル(693 mg, 2 mm o 1)、塩酸ヒドロキシルアミン(167 mg, 2.4 mm o 1)、N-メチルピロリドン(3 m L)の混合物を115 $\mathbb C$ で 4 時間攪拌した。反応混合物を冷却後、2 規定塩酸(5 m L)、水(30 m L)を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を2 規定水酸化ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(527 mg, 76.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 5. 23 (2H, s), 5. 35 (2H, s),

7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 33-7, 43 (10H, m), 7. 70 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 13 (1H, d, J=2.4Hz).

(3) 5-シアノサリチル酸

2ーベンジルオキシー5ーシアノ安息香酸ベンジルエステル (446mg, 1.3mmol), 5%パラジウムー炭素 (45mg) にエタノール (10mL)、テトラヒドロフラン (10mL) を加え、室温で2時間水素添加した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色固体 (212mg, 100.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2.1Hz).

(4) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-シアノ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号54)

原料として、5-シアノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 15 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 12. 00 (1H, brs).

例56:化合物番号55の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 92 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 28 (1H, dd, J=8.7, 1.8Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.8

Hz), 7. 82 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 80 (1H, s), 11. 14 (1H, s).

例57:化合物番号56の化合物の製造

(1) 5- [(1, 1-ジメチル) エチル] サリチル酸

5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -2-ヒドロキシベンズアルデヒド(2.15g, 12.1mmol)の1, 4-ジオキサン(100mL)、水(40mL)溶液に、スルファミン酸(1.76g, 18.1mmol)、リン酸ーナトリウム(7.33g, 47mmol)を加えた。この混合物に、氷冷下、亜塩素酸ナトリウム(1.76g, 15.5mmol)の水溶液(10mL)を滴下し、1時間攪拌した。次いでこの混合物に、亜硫酸ナトリウム(1.80g, 14.3mmol)を加え、30分間攪拌した。反応混合物に濃塩酸を加えpHを1とした。1, 4ージオキサンを減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣を nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(1.81g, 77.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 26 (9H, s), 6. 90 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 07 (1H, brs).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-[(1, 1-ジメチル)エチル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 5 6) 原料として、5-[(1, 1-ジメチル)エチル]サリチル酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例 1 6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 30 (9H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 1

0.80 (1H, s) 11.12 (1H, s).

例58:化合物番号78の化合物の製造

(1) 5-アセチルー2ーベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル 5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (13.59g,70mmol)、ベンジルブロミド (17.96g,105mmol)、炭酸カリウム (19.35g,140mmol)、メチルエチルケトン (350mL) の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をイソプロピルエーテルから再結晶して、標題化合物の白色固体 (14.20g,71.4%) を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 58 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 5. 27 (2H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26-7. 43 (3H, m), 7. 47-7. 50 (2H, m), 8. 07 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸

5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル(5.69g,20mmol)をメタノール(20mL)、テトラヒドロフラン(20mL)の混合溶媒に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(<math>11mL)を滴下し、8時間撹拌した。溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、ジクロロメタンで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をイソプロピルエーテルで洗浄して、標題化合物の白色固体(4.92g,91.0%)を得た。 ^1H-NMR ($DMSO-d_6$): δ 2.55(3H,s),5.32(2H,s),7.30-7.43(4H,m),7.49-7.52(2H,m),8.09(1H,dd,J=9.0,2.7Hz),8.22(1H,d,J=2.4Hz).(3)5-アセチル-2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド

WO 03/103665 PCT/JP03/07120 ~

リフルオロメチル) アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を 得た。

収率:63.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 57 (3H, s), 7. 11 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 05 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 97 (1H, brs).

(4) 5-アセチルーNー[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号78)

5-アセチルー2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(602mg,1.25mmol)、5%パラジウム炭素(60mg)にエタノール(6mL)、テトラヒドロフラン(72mL)を加え、室温で30分間水素添加した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去し、残渣をn-ヘキサン-酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(230mg,47.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 59 (3H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 32-7. 36 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 55 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 89 (1H, s).

例59:化合物番号57の化合物の製造

5-アセチルーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 78;50.5 mg,0.13 mmol)をエタノール(2 mL)に懸濁し、水素化ホウ素ナトリウム(23.6 mg,0.62 mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/n-ヘキサ

ンで懸濁洗浄して標題化合物の白色粉末(39.7 mg, 78.3%)を得た。 1H -NMR(DMSO- d_6): δ 1.34 (3H, d, J=6.3 Hz), 4.71 (1H, q, J=6.3 Hz), 5.18 (1H, brs), 6.97 (1H, d, J=8.4 Hz), 7.44 (1H, dd, J=8.4, 2.1 Hz), 7.84 (1H, s), 7.86 (1H, d, J=2.1 Hz), 8.48 (2H, s), 10.85 (1H, s), 11.32 (1H, s).

例60:化合物番号58の化合物の製造

 $5-アセチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号78;100.0mg,0.26mmol)をエタノール(3mL)に溶かし、ピリジン(45<math>\mu$ 1,0.56mmol)、Oーメチルヒドロキシルアミン塩酸塩(25.8mg,0.31mmol)を加え、1時間加熱環流した。冷却後、反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色結晶(102.1mg,95.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 19 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 09 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例61:化合物番号59の化合物の製造

原料として、5-アセチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号78)、及びO-ベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩を用いて例60と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 24 (3H, s), 5. 20 (2H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29-7. 47 (5H, m), 7.

76 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 47 (1H, s).

例62:化合物番号60の化合物の製造

(1) 5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル) -2-ヒドロキシ安息香酸マロノニトリル(132mg, 2mmol)をエタノール(6mL)に溶解し、5-ホルミルサリチル酸(332mg, 2mmol)を加え、氷浴で冷却した後、ベンジルアミン(0.1mL)を加え、室温で2時間攪拌した。析出した黄色結晶をろ取し、再結晶(エタノール)して標題化合物の淡黄色固体(139.9mg, 32.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 09 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 50 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) Nー [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル) -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号60) 原料として、<math>5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル) -2-ヒドロキシ安息 香酸、及び3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:9.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, s), 8. 38 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 1 1. 43 (1H, s).

例63:化合物番号62の化合物の製造

(1) 5 - [(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] - 2 - ヒドロキシ安息香酸

5-ホルミルサリチル酸 (332mg, 2mmol)、シアノ酢酸メチルエステル

(198 mg, 2 mm o 1)、酢酸(6 mL)の混合物にトリエチルアミン(0.2 ml)を加え、5 時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を水にあけ、析出した結晶をろ取し、再結晶(n-ヘキサン)して標題化合物の淡黄色固体(327.7 mg, 66.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3. 85 (3H, s), 7. 15 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, s), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) $3-({N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] カルバモイル} -4-ヒドロキシフェニル) -2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号62)$

原料として、5-[(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリン を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 66.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 33 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 8. 50 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 00 (1H, s), 11. 03 (1H, s).

例64:化合物番号61の化合物の製造

 $3-(\{N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル\}-4-ヒドロキシフェニル)-2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号62;50mg,0.11mmol)をエタノール(5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(0.11ml,0.22mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を再結晶(酢酸エチル)して標題化合物の淡黄色固体(13.5mg,30.4%)を得た。$

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 94 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 8. 38 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 45 (2H, s), 9. 87 (1H, s), 1 1. 41 (1H, s).

例65:化合物番号63の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;475mg,1mmo1)、スチレン(130mg,1.25mmo1)、酢酸パラジウム(4.5mg,0.02mmo1)、トリス(オルトートリル)ホスフィン(12.2mg,0.04mmo1)、ジイソプロピルアミン(388mg,3mmo1)、N,Nージメチルホルムアミド(2mL)の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、水を加え酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:イソプロピルエーテル=2:1→1:1)で精製して標題化合物の淡黄色固体(173mg,38.3%)を得た。

¹HーNMR(DMSO-d₆):δ7.04(1H,d,J=8.4Hz),7.20-7.29(3H,m),7.38(2H,t,J=7.5Hz),7.59(2H,d,J=7.5Hz),7.72(1H,dd,J=8.4,2.1Hz),7.86(1H,s),8.07(1H,d,J=2.1Hz),8.49(2H,s),10.89(1H,s),11.33(1H,brs).

例66:化合物番号66の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド (化合物番号52;950mg,2mmo1)、トリメチルシリルアセチレン (246mg,2.5mmo1) をトリエチルアミン (2mL) 及びN,N-ジメチルホルムアミド (4mL) に溶解し、アルゴン雰囲気下にテトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (23mg,0.02mmo1)、沃化第一銅 (4mg,0.02mmo1) を添加し、次いで40℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチル (100mL) 及び1規定クエ

ン酸($100 \, \mathrm{mL}$)にあけて攪拌し、次いでセライト濾過した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=19:1)で精製して淡橙色固体を得た。これをn-ヘキサンで結晶化して標題化合物の白色結晶($286 \, \mathrm{mg}$, 32.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 23 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例67:化合物番号64の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] <math>-2-ヒドロキシ-5- [(トリメチルシリル) エチニル] ベンズアミド (化合物番号66;233mg.

0.5 mm o 1)をメタノール (1 mL) に溶解し2規定水酸化ナトリウム (1 mL)を添加し、次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をエタノール-水で晶析して標題化合物の灰白色結晶 (6 7 mg, 3 5.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 11 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 62 (1H, s).

例68:化合物番号65の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及びフェニルアセチレンを用いて例66と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.8%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7.06 (1H, d, J=8.4Hz), 7.

WO 03/103665 PCT/JP03/07120 ---

42-7. 46 (3H, m), 7. 53-7. 57 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 06 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 94 (1H, s), 11. 64 (1H, brs).

例69:化合物番号67の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;200mg,0.42mmol)、を1,2-ジメトキシエタン(3mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(16mg,0.0014mmol)を添加し、室温で5分間攪拌した。次いでジヒドロキシフェニルボラン(57mg,0.47mmol)及び1M炭酸ナトリウム(1.3mL)を添加し、次いで2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後 希塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=6:1→3:1)で精製して標題化合物の白色結晶(109mg,61.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 33-7. 38 (1H, m), 7. 48 (2H, t, J=7.5Hz), 7. 67 -7. 70 (2H, m), 7. 79 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 87 (1H, s), 8.17 (1H, d, J=2.4Hz), 8.49 (2H, s), 10.92 (1H, s), 11.41 (1H, s).

例70:化合物番号68の化合物の製造

原料として、N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-5- (フェニルエチニル) ベンズアミド (化合物番号 <math>65) を用いて例 58(4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2.88 (4H, s), 6.93 (1H, d,

J=8.1Hz), 7. 15-7.34 (6H, m), 7. 76 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 79 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例71:化合物番号69の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(トリフルオロメチル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:44.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 17 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 2-7. 75 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 17 (2H, s), 8. 3 5 (1H, s) 11. 88 (1H, s).

[2-ヒドロキシー5-(トリフルオロメチル) 安息香酸: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年, 第44巻, p. 734参照]

例72:化合物番号70の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ペンタフルオロエチル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 19 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 0 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.1 Hz), 8. 17 (2H, s), 8. 37 (1H, s), 11. 92 (1H, s). [2-ヒドロキシー5-(ペンタフルオロメチル) 安息香酸: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年, 第44巻, p. 734参照]

例73:化合物番号71の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-イル)安息香酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、

標題化合物を得た。

収率:57.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 27 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 10 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 29 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 66 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 24 (1H, s).

例74:化合物番号72の化合物の製造

原料として、N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及び2-チオフェンボロン酸を用いて例69と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 14 (1H, dd, J=5.4, 3.6Hz), 7. 45 (1H, dd, J=3.6, 1.2Hz), 7. 51 (1H, dd, J=5.1, 0.9Hz), 7. 75 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 59 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 91 (1H, s), 11. 38 (1H, s).

例75:化合物番号73の化合物の製造

原料として、N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及び3-チオフェンボロン酸を用いて例69と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 57 (1H, dd, J=4.8, 1.5Hz), 7. 66 (1H, dd, J=4.8, 3.0Hz), 7. 81-7. 84 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 18 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 90 (1H,

s), 11. 33 (1H, s).

例76:化合物番号74の化合物の製造

(1) 2 -ベンジルオキシー5 - (2 - $\overline{)}$ - N

5ーアセチルー2ーベンジルオキシーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(例58(3)の化合物;4.81g,10mmol)をテトラヒドロフラン(30ml)に溶解し、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド(3.75g,10mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、再結晶(酢酸エチル/nーヘキサン)して標題化合物の白色固体(2.39g,42.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 91 (2H, s), 5. 36 (2H, s), 7. 32-7. 35 (3H, m), 7. 47 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 21 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 29 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 91 (1H, s).

(2) 2ーベンジルオキシーNー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-5ー(2ーメチルチアゾールー4ーイル)ベンズアミド
2ーベンジルオキシー5ー(2ーブロモアセチル)ーNー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(280mg, 0.5mmol)、チオアセタミド(41mg, 0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム(50mg, 0.60mmol)、エタノール(15mL)の混合物を1時間加熱還流した。反応混合物を水にあけ、炭酸水素ナトリウムで中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=4:1)

で精製して標題化合物の白色固体(181mg, 67.5%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 72 (3H, s), 5. 29 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 40 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 54-7. 57 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 27 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 86 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-(2-メチルチアゾールー4ーイル)ベンズアミド(化合物番号74)2ーベンジルオキシーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ー5-(2-メチルチアゾールー4ーイル)ベンズアミド(160mg, 0.3mmol)、10%Pd-C(240mg)をエタノール(10ml)に溶かし、水素雰囲気下3.5時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去して標題化合物の白色固体(103.4mg, 79.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 72 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 85 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 50 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 40 (1H, s).

例 7 7: 化合物番号 7 5 の化合物の製造

2ーベンジルオキシー5ー (2ーブロモアセチル) ーNー [3, 5ービス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド (例58 (3) の化合物;280mg,0.5mmol)、2ーアミノピリジン (51.8mg,0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム (50mg,0.6mmol)、エタノール (10mL) の混合物を2時間加熱環流した。冷却後、反応混合物を炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=1:2) で精製して白色固体 (130.3mg)を得た。次いでこの固体 (108mg,0.19mmol)、10%Pd-C (1

1 mg)、エタノール (8 mL)、酢酸エチル (8 mL) の混合物を水素雰囲気下、7時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-n+y):酢酸エチル=1:3) で精製して標題化合物の白色固体 (18.3 mg, 20.2%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 90 (1H, dt, J=6.6, 0.9 Hz), 7. 10 (1H, d, J=8.7 Hz), 7. 25 (1H, m), 7. 5 7 (1H, d, J=9.0 Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=8.7, 2.1 Hz), 8. 35 (1H, s), 8. 48-8.56 (4H, m), 11. 00 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例78:化合物番号76の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル]-5-ヨード-2-メトキシメトキシベンズアミド

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;4.75g,10mmol)、クロロメチルメチルエーテル(1.14ml,15mmol)、炭酸カリウム(2.76g,20mmol)、アセトン(50mL)の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、再結晶(n-ヘキサン/酢酸エチル)して標題化合物の白色固体(3.96g,76.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 38 (3H, s), 5. 28 (2H, s), 7. 12 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 88 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 40 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシメトキシ-5- (ピリジン-2-イル) ベンズアミド

を得た。

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ヨードー2-メト キシメトキシベンズアミド (0.20g, 0.39mmol) をN, Nージメチ ルホルムアミド(8 m 1)に溶かし、トリーnーブチル(2 ーピリジル)スズ(0. 13ml, 0.41mmol)、ジクロロビス (トリフェニルフォスフィン) パラ ジウム (32.1mg、0.05mmol)を加え、100℃で1.5時間攪拌 した。冷却後、反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽 和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残 渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1→1: 1) で精製して標題化合物の白色粉末(37.9mg,20.8%)を得た。 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 64 (3H, s), 5. 53 (2H, s), 7. 23-7. 28(1H, m), 7: 36(1H, d, J=8.7Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 77-7. 84 (2H, m), 8. 20 (2H, s), 8. 31 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.68-8.70 (1H, m),8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 12 (1H, s). (3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ -5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド(化合物番号 76) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシメトキシ -5-(ピリジン-2-イル) ベンズアミド (37.9 mg, 0.08 mmol)にメタノール (3 m 1)、濃塩酸 (0.5 m 1) を加え、2 時間加熱還流した。冷 却後、反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出し

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 33 (1H, ddd, J=7.5, 6.3, 1.2Hz), 7.86-7.91 (2 H, m), 7.97 (1H, d, J=7.8Hz), 8.20 (1H, dd, J=

た。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧

留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エ

チル=2:1) で精製して標題化合物の白色粉末(16.2mg,47./2%)

8. 7, 2. 1 Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 59 (1H, d, J=2. 4 Hz), 8. 64-8. 66 (1H, m), 10. 97 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例79:化合物番号77の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 43 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 84 (1H, s), 10. 91 (1H, s).

例80:化合物番号79の化合物の製造

(1) 5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (5.00g, 25.7mmol)、炭酸カリウム (7.10g, 51.4mmol)、N, N-ジメチルホルムアミド (25mL) の混合物を氷浴で冷却した後、沃化メチル (2.5mL、40.1mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を懸濁洗浄 (イソプロピルエーテル/n-ペキサン) して標題化合物の白色結晶 (5.17g, 96.5%)を得た。 1H-NMR (CDCl₃):δ 2.59 (3H, s), 3.92 (3H, s), 3.99 (3H, s), 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 8.12 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.41 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル 5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル (0.50g, 2.40 mmol)、tert-ブトキシカリウム (0.81g, 7.22mmol)、テトラヒドロフラン (10mL) の混合物を氷浴で冷却した後、沃化メチル (0.

 $5\,\mathrm{mL}$ 、8.0 $3\,\mathrm{mm}$ o 1)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $3:1\rightarrow2:1$)で精製して標題化合物の薄黄色オイル($143.1\,\mathrm{mg}$, 25.2%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 5 2 (1H, m), 3. 92 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 13 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸

5-イソブチリルー2ーメトキシ安息香酸 メチルエステル (143.1mg, 0.60mmol)をメタノール (5mL) に溶かし、2規定水酸化ナトリウム溶液 (1ml)を加え、1時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して標題化合物の白色結晶 (134mg, 収率:定量的)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 5 9 (1H, m), 4. 15 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 24 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 73 (1H, d, J=2. 1Hz).

(4) 5ーイソブチリルーNー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル] ー2ーメトキシベンズアミド

原料として、5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 6

4 (1H, m), 4. 20 (3H, s), 7. 18 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 65 (1H, s), 8. 19 (2H, s), 8. 22 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 88 (1H, d, J=2. 1Hz), 9. 98 (1H, s). (5) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-イソブチリルベンズアミド (化合物番号79)

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 12 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 66 (1H, m), 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 45 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 11. 95 (1H, brs).

例81:化合物番号81の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 91.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 02 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 46-8. 47 (3H, m), 10. 96 (1H, s), 12. 03 (1H, brs).

[4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル:「ジャーナル・オブ・ザ・ケミカル・ソサイエティー (Journal of the Chemical Society)」, (英国), 1956年, p. 3099-3107参照]

例82:化合物番号80の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号81;2.85g,7mmol)をメタノール(14mL)、テトラヒドロフラン(14mL)の混合溶媒に懸濁し、2規定水酸化ナトリウム水溶液(14mL)を滴下、次いで2時間加熱還流した。冷却後、2規定塩酸(20ml)を添加し、析出した固体を濾取、水洗、乾燥して標題化合物の白色結晶(2.68g,97.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 8. 48 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 97 (1H, s), 11. 98 (1H, brs).

以下の実施例において例82の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例83:化合物番号82の化合物の製造

4-ヒドロキシイソフタル酸(182 mg, 1 mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(687 mg, 3 mmo1)、三塩化リン($87 \mu 1$; 1 mmo1)、トルエン(10 mL)を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物の白色結晶(151 mg, 25.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 18 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 11 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 54 (2H, s), 8. 56 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 79 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 84

(1H, brs).

例84:化合物番号83の化合物の製造

(1) 4ーベンジルオキシーNー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸 メチルエステル

水素化ナトリウム(60%;1.04g,26mmol)をn-へキサンで洗浄してN,N-ジメチルホルムアミド(100mL)に懸濁し、氷浴で冷却しながらN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号81;8.15g,20mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(100mL)溶液を滴下した。滴下終了後、室温で1時間攪拌した後、ベンジルブロミド(4.45g,26mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(10mL)溶液を加え、60 $\mathbb C$ で3時間攪拌した。冷却後、反応混合物を氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を再結晶(酢酸エチル/n-へキサン)して標題化合物の白色固体(5.38g,54.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 87 (3H, s), 5. 33 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 46 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 15 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 28 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) 4 -ベンジルオキシ- N - [3 , 5 - \forall Z Z + Z -

原料として、4 ーベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸 メチルエステルを用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 5. 32 (2H, s), 7. 32-7. 34

(3 H, m), 7. 43 (1 H, d, J = 8.7 Hz), 7. 52-7. 56 (2 H, m), 7. 81 (1 H, s), 8. 12 (1 H, dd, J = 8.7, 2.1 Hz), 8. 22 (1 H, d, J = 2.1 Hz), 8. 28 (2 H, s), 10. 85 (1 H, s), 13. 81 (1 H, brs).

(3) $4 - ベンジルオキシ-N^3 - [3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル] <math>-N^1$, $N^1 - ジメチルイソフタルアミド$

4ーベンジルオキシーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸(242mg,0.50mmol)、ジメチルアミン塩酸塩(41mg,0.50mmol)、トリエチルアミン(51mg,0.50mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、氷冷下WSC・HC1(95mg,0.50mmol)を加え、その後室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を希塩酸、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=1:4)で精製して標題化合物の白色固体(165mg,64.9%)を得た。

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 99 (6H, s) 5. 29 (2H, s), 7. 32-7. 38 (4H, m), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 73 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 28 (2H, s), 10. 83 (1H, s). 以下の実施例において例84(3)の方法が引用されている場合、塩基としては、ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。 (4) N^{3} -[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -4-ヒドロキシー N^{1} , N^{1} -ジメチルイソフタルアミド (化合物番号83) 4-ベンジルオキシー N^{3} -[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル]

 $4-\text{ベンジルオキシ-N}^3-\text{L3}$, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] $-\text{N}^1$, $\text{N}^1-\text{ジメチルイソフタルアミド}$ (141mg, 0.28mmol)、5% Pd-C (14mg) のエタノール (5ml)、酢酸エチル (5ml) 混合溶液を、

水素雰囲気下、室温で1時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去して標題化合物の白色固体(106mg, 91.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 98 (6H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 1 1. 10 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例85:化合物番号84の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド

原料として、4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル[3,5-ビス(トリフルオロメチル)]フェニル[3,5-ビス(トリフルオロメチル)] の化合物[3,5-ビス(トリフルオロメチル)] の化合物[3,5-U] の化合物[3,5-U]

収率:56.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 53-1. 70 (6H, m), 3. 44 (2 H, brs), 3. 70 (2H, brs), 5. 26 (2H, s), 7. 24 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 52-7. 58 (5H, m), 7. 66 (2H, s), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 27 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ -5-(ピペリジシ-1-カルボニル) ベンズアミド (化合物番号84) 原料として、<math>2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] <math>-5-(ピペリジン-1-カルボニル) ベンズアミドを用いて例84 (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:96.3% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 51 (4H, brs), 1. 60-1. 65 (2H, m), 3. 47 (4H, brs), 7. 04 (1H, d, J=8. 4 Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 64 (1H, brs).

例86:化合物番号85の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシー5-(4-ベンジルピペリジンー1-カルボニル) -N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド 原料として、<math>4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸(例84(2)の化合物)、及び<math>4-ベンジルピペリジンを用いて例84(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.7%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 1. 18-1. 38 (2H, m), 1. 67 (1H, brs), 1. 74 (1H, brs), 1. 84-1. 93 (1H, m), 2. 60 (2H, d, J=7. 2Hz), 2. 83 (1H, brs), 3. 10 (1H, brs), 3. 78 (1H, brs), 4. 59 (1H, brs), 5. 34 (2H, s), 7. 15-7. 18 (3H, m), 7. 24-7. 28 (2H, m), 7. 40-7. 46 (4H, m), 7. 57-7. 63 (3H, m), 7. 65 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 96 (2H, s), 8. 05 (1H, d, J=2. 1Hz).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ -5-(4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル) ベンズアミド (化合物番号85)

原料として、2-ベンジルオキシ-5-(4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル)-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミドを用いて例84(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 54.3% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 08-1. 22 (2H, m), 1. 59 -1. 62 (2H, m), 1. 77-1. 80 (1H, m), 2. 50-2. 55 (2H, m), 2. 87 (2H, brs), 3. 75 (1H, br), 4. 39 (1

H, br), 7.06 (1H, d, J=8.4Hz), 7.17-7.20 (3H, m), 7.28 (2H, t, J=7.2Hz), 7.49 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7.84 (1H, s), 7.93 (1H, d, J=2.1Hz), 8.47 (2H, s), 10.89 (1H, s), 11.65 (1H, s). 例87:化合物番号86の化合物の製造

(1) 2-メトキシー5-スルファモイル安息香酸

メチル 2-メトキシ-5-スルファモイルベンゾエート (4.91g,20m mol)をメタノール (30mL) に溶解し、2規定水酸化ナトリウム溶液 (30mL,60mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、析出した固体をろ取して、標題化合物の白色固体 (4.55g,98.3%)を得た。

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 89 (3H, s), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, s), 7. 92 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 7Hz), 13. 03 (1H, br). (2) N-[3, 5- \forall z (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド

原料として、2-メトキシ-5-スルファモイル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 97 (3H, s), 7. 38 (2H, s), 7. 39 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ジメチルス ルファモイル-2-メトキシベンズアミド N-[3, 5-ビス (トリフルオロノチェ) - ルファモイルベンズアミド (442mg, 1.0mmol)、沃化メチル (710mg, 5.0mmol)、炭酸カリウム (415mg, 3.0mmol)のアセトニトリル (10mL) 懸濁液を3時間加熱還流した。反応混合液を室温まで冷却後水にあけ、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水、飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーへキサン、酢酸エチル (2:1)の混合溶媒より再結晶して標題化合物の白色固体 (207mg, 44.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 2. 62 (6H, s), 3. 99 (3H, s), 7. 45 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 91 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz) 8. 4 3 (2H, s), 10. 90 (1H, s).

(4) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号86)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-メトキシベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 61 (6H, s), 7. 20 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 14 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 45 (2H, s), 1 1. 16 (1H, s), 12. 15 (1H, br).

例88:化合物番号87の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシー5-(ピロール-1-スルホニル) ベンズアミド

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシ-5-ス ルファモイルベンズアミド (例87 (2) の化合物; 442mg, 1mmol)、 2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン (159mg, 1.2mmol)、酢酸 (5

mL) の混合物を2時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:2) で精製して標題化合物の白色固体(436.5mg,88.6%)を得た。

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 96 (3H, s), 6. 36 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 37 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 42 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 80 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz) 8. 18 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 92 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド(化合物番号87)

原料として、N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシ-5-(ピロール-1-スルホニル) ベンズアミドを用いて例80 (5) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.4%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 6. 36 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 18 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 34 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 99 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz) 8. 31 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 42 (2H, s), 10. 98 (1H, s).

例89:化合物番号88の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ニトロベンズアミド(化合物番号53)を用いて例84(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:98.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 79 (2H, brs), 6. 76 (1H,

d, J=2. 1Hz), 6. 76 (1H, s), 7. 09 (1H, dd, J=2. 1, 1. 2Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 30 (1 H, br), 10. 84 (1H, s).

例90:化合物番号89の化合物の製造

原料として、5-ジメチルアミノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 85 (6H, s), 6. 92 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 22 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 62 (1H, s), 10. 83 (1H, s).

例91:化合物番号90の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、5-アミノーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88;364mg,1mmol)、ピリジン(95mg,1.2mmol)、テトラヒドロフラン(10mL)の混合物を氷冷し、ベンゾイルクロリド(155mg,1.1mmol)を加え、1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色固体(121mg,25.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51-7. 62 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 27 (1H, s), 10. 8 9 (1H, s), 11. 07 (1H, s).

例92:化合物番号91の化合物の製造

5-アミノーN- [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒド

ロキシベンズアミド (化合物番号88;100.2 mg,0.28 mmo1)をアセトニトリル (4 m 1) 溶かし、4-ジメチルアミノピリジン (3 mg),フェニルイソシアネート (30 μ 1,0.28 mmo1) を加え、60 で 5分間攪拌した。反応混合物を濃縮し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n- + サン:酢酸エチル=1:1) で精製して標題化合物の薄褐色固体 (54.8 mg,41.2%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 93-6. 98 (1H, m), 6. 97 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 27 (2H, t, J=7. 8Hz), 7. 3 4-7. 46 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 88 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 8. 56 (1H, s), 8. 63 (1H, s), 10. 87 (1H, s), 10. 89 (1H, s). 例93: 化合物番号92の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びフェニルイソチオシアネートを用いて例92と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 13 (1H, tt, J=7.5, 1.2Hz), 7. 34 (2H, t, J=7.8 Hz), 7. 45-7. 51 (3H, m), 7. 84 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 9. 65 (1H, s), 9. 74 (1H, s), 10. 84 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例94:化合物番号93の化合物の製造

原料として、5-[(4-ニトロフェニル)ジアゼニル]サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.3%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 23 (1H, d, J=9.0Hz), 7.

87 (1H, s), 8. 06 (2H, d, J=9. 0Hz), 8. 10 (1H, d d, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 44 (2H, d, J=9. 0Hz), 8. 5 0 (2H, s), 8. 53 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 13 (1H, s), 12. 14 (1H, br).

例95:化合物番号94の化合物の製造

原料として、5 - ({[(4-ピリジン-2-イル) スルファモイル] フェニル} ジ アゼニル) サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用 いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:7.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.87 (1H, t, J=6.0Hz), 7.22 (1H, d, J=8.7Hz), 7.21-7.23 (1H, m), 7.77 (1H, t, J=8.4Hz), 7.87 (1H, s), 7.95-7.98 (3H, m), 8.03-8.07 (4H, m), 8.47 (1H, d, J=2.4Hz), 8.49 (2H, s), 11.14 (1H, s), 12.03 (1H, br). 例96: 化合物番号96の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号50;1.51g,3mmol)、ピリジン(285mg,3.6mmol)をテトラヒドロフラン(6mL)に溶解し、氷冷下、アセチルクロリド(234mg,3.3mmol)を滴下し、室温で1時間撹拌した。溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をnーヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(1.06g,83.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 7. 35 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 37 (2H, s), 1 1. 05 (1H, brs).

以下の実施例において例96の方法が引用されている場合、塩基としては、ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を用いた。

例97:化合物番号97の化合物の製造

(1) 4-アセチルアミノー5-クロロー2-メトキシ安息香酸

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸 メチルエステルを用いて例82と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 16 (3H, s), 3. 78 (3H, s), 7. 72 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 9. 57 (1H, s), 12. 74 (1H, s).

(2) 4ーアセチルアミノーN-[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミド

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様な操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:23.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 17 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 7. 77-7. 82 (3H, m), 8. 45-8. 49 (2H, m), 9. 66 (1H, s), 10. 68 (1H, s).

(3) 4-アセチルアミノーN-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 97)

原料として、4-アセチルアミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.8%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 17 (3H, s), 7. 75 (1H, s),

7. 82 (1H, s), 7. 95 (1H, s), 8. 44 (2H, s), 9. 45 (1 H, s), 11. 16 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例98:化合物番号98の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05-7. 08 (2H, m), 7. 84 -7. 87 (2H, m), 8. 45 (2H, s), 10. 84 (1H, s) 11. 64 (1H, brs).

例99:化合物番号99の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル) -2-プロモアニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 14.5%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 11 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.7Hz), 9.03 (1H, d, J=1.8Hz), 11.26 (1H, brs).

例100:化合物番号100の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 3.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 4 3-7. 48 (2H, m), 6. 61 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 85 (1 H, d, J=8. 4Hz), 8. 36 (1H, br s), 8. 60 (1H, s), 11. 31 (1H, s).

例101:化合物番号101の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2、5-ビス(トリフルオロメチル)

アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.0%

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 65 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 76 (1H, d, J=8.4 Hz), 8. 03 (1H, d, J=8.1Hz) 8. 11 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 74 (1H, s), 11. 02 (1H, s), 12. 34 (1H, s).

例102:化合物番号102の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:1.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 23 (1H, s), 7. 32 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 57 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 83 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 46 (1H, s), 8. 69 (1H, s), 11. 19 (1H, s). 例103:化合物番号103の化合物の製造

原料として、N-[2, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号<math>100)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 80 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 60 (1H, s), 8. 73 (1H, s).

例104:化合物番号104の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7. 74 (1H, t, J=8.1Hz), 7. 77 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 99 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 18 (1H, d, J=8. 1Hz), 10. 76 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例105:化合物番号105の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80-7. 85 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 26 (1H, d, J=8.4Hz), 10. 80 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例106:化合物番号106の化合物の製造

原料として、5ーブロモサリチル酸、及び3ー(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:50.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 52 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 62 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 92-7. 96 (1H, m), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 20 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 60 (1H, s).

例107:化合物番号107の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 71.7% 白色固体

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7.07 (1H, d, J=9.0Hz), 7.

46 (1H, t, J=7.8Hz), 7.52 (1H, dd, J=9.0, 2.7 Hz), 7.58 (1H, t, J=7.2Hz), 7.96 (1H, d, J=2.7Hz), 8.49 (1H, t, J=7.2Hz), 10.82 (1H, s), 12.13 (1H, brs).

例108:化合物番号108の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-フルオロ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 72.1% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 4 8 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 56 (1H, d, J=9. 9Hz), 7. 90 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 99-8. 03 (1H, m), 8. 21 (1H, dd, J=6. 6, 2. 4Hz), 10. 63 (1H, s), 1 1. 58 (1H, s).

例109:化合物番号109の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 37. 4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 73 (1H, d, J=8. 7 Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 00 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 31 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 68 (1H, s), 11. 52 (1H, brs).

例110:化合物番号110の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

42 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0 Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 94 (1H, dd, J=1 1. 4, 2. 1Hz), 7. 99 (1H, s), 10. 73 (1H, s), 11. 4 6 (1H, s).

例111:化合物番号111の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 10. 69 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例112:化合物番号112の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 58-7. 61 (2H, m), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 71 (1H, d, J=7.5Hz), 10. 90 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例113:化合物番号113の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 83 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 98 (1H, d,

J=3. 0Hz), 8. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 14 (1H, s), 12. 39 (1H, s).

例114:化合物番号114の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 56 (1H, ddd, J=8.1, 2.4, 1.2Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 83 (1H, dd, J=8.1, 1.2Hz), 8. 11 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 87 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 12 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例115:化合物番号115の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 23-8. 24 (2H, m), 8. 43 (1H, d, J=1.2Hz), 11. 02 (1H, s), 11. 30 (1H, br).

例116:化合物番号116の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, dd, J=8.4, 1.8Hz), 7. 95 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 36 (1H, d, J=8.7Hz), 9. 01 (1H, d, J=1.8Hz), 12. 04 (1H,

s), 12. 20 (1H, s).

例117:化合物番号117の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49. 7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 16 (2H, s), 8. 42 (1H, s), 10. 93 (1H, s), 11. 36 (1H, s).

例118:化合物番号118の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, d, J=1. 2Hz), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 46 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 60 (1H, d, J=7. 2Hz), 7. 99 (1H, d, J=7. 2Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 43 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例119:化合物番号119の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 44 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9.0, 2.7 Hz), 7. 84 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2.1Hz), 10.65 (1H, s), 11.68 (1H, br).

例120:化合物番号120の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 39 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 44-7. 54 (3H, m), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 43 (1H, s), 10. 52 (1H, s), 12. 17 (1H, brs).

例121:化合物番号121の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メトキシ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 89 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 92 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 47 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例122:化合物番号122の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 03 (1H, s), 7. 57-7. 61 (2H, m), 7. 77 (1H, s), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 56 (1H, s).

例123:化合物番号123の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-メトキシー5-(トリフルオロメ

チル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:71.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 51 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 82 (1H, d, J=2. 1Hz) 11. 03 (1H, s), 12. 19 (1H, s).

例124:化合物番号124の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₅): δ 4. 00 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 52 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 05 (1H, s), 12. 17 (1H, s).

例125:化合物番号125の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチルスルファニル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 57 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 63 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 48 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例126:化合物番号126の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-(1-ピロリジニル)-5-(ト

リフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を 得た。

収率: 44.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 86-1. 91 (4H, m), 3. 20 -3. 26 (4H, m), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1 H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 54 (1H, s), 12. 21 (1H, s).

例127:化合物番号127の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-モルホリノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 3. 84 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 7. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 61 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 90 (1H, s), 11. 21 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例128:化合物番号128の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.0%、白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 74 (2H, d, J=8.7 Hz), 7. 90 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 95 (2H, d, J=9.0Hz), 10. 65 (1H, s), 11. 59 (1H, s).

例129:化合物番号129の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ークロロー4 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.9%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 79 (1H, dd, J=9.0, 2.1Hz), 7. 99 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 11 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 73 (1H, d, J=9.0Hz), 11. 15 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例130:化合物番号130の化合物の製造

原料として、5-クロローN-[2-クロロー5-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号<math>113)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 39 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 37 (1H, ddd, J=8. 7, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 51-7. 56 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 85 (1H, s), 8. 94 (1H, d, J=1. 8Hz).

例131:化合物番号131の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び2-クロロ-5- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4 Hz), 8. 21 (1H, dd, J=9. 0, 3. 3Hz), 8. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 93 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 18 (1H, s).

例132:化合物番号132の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J = 8. 1Hz), 7. 26-7. 31 (2H, m), 7. 37 (1H, dd, J = 8. 4, 1. 8Hz), 7. 56 (1H, d, J = 8. 4Hz), 8. 65 (1H, br s), 8. 80 (1H, d, J = 1. 8Hz), 11. 33 (1H, br s). 例133: 化合物番号133の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例134:化合物番号134の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 27 (1H, ddd, J=8. 3, 2. 2, 0. 6Hz), 7. 71 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 72 (1H, d, J=8. 5Hz), 8. 02 (1H, dd, J=8. 5, 2. 5Hz), 8. 33 (1H, d, J=2. 5Hz), 10. 64 (1H, s), 11. 25 (1H, s).

例135:化合物番号135の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 2. 42 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 6Hz), 7. 44 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 75 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 86 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 8. 13 (1H. d, J=2. 1Hz), 10. 50 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例136:化合物番号136の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%、白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 2. 38 (3H, s), 6. 94 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 27 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 52 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 84 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 46 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 72 (1H, s).

例137:化合物番号137の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-メトキシ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.1%、微黄色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 35 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 6. 88 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 1, 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 92 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 42 (1H, s), 11. 54 (1H, s).

例138:化合物番号138の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 35 (3H, s), 4. 02 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=9. 0Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 36 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 9Hz), 8. 65 (1H, br s), 8. 73 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 69 (1H, s).

例139:化合物番号139の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及びアニリンを用いて例16と同様の操作 を行い、標題化合物を得た。

収率:68.8%

mp 229-230°C.

¹H-NMR (DMSO-d₈): δ 6.96 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 12-7.18 (1H, m), 7.35-7.41 (2H, m), 7.58 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.67-7.71 (2H, m), 8.08 (1H, d, J=2.7Hz), 10.43 (1H, s), 11.87 (1H, s). 例140:化合物番号140の化合物の製造)

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-クロロアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

mp 23.1 - 232°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 19-7. 22 (1H, m), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 57-7. 63 (2H, m), 7. 91-7. 92 (1H, m), 8. 01 (1H, d, J =2. 7Hz), 10. 49 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例141:化合物番号141の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:東京化成社

カタログコード番号:B0897

例142:化合物番号142の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 50-7. 54 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 58 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 02 (1H, s), 12. 35 (1H, br s).

例143:化合物番号143の化合物の製造

原料として、5 - ブロモサリチル酸、及び3, 4 - ジクロロアニリンを用いて例 1 6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 249-251°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 57-7. 70 (3H, m), 7. 98 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 10 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 55 (1H, s).

例144:化合物番号144の化合物の製造

原料として、5 ープロモサリチル酸、及び3,5 ージフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 36.3%

mp 259-261°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 04 (2H, m), 7. 45 -7. 54 (2H, m), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.7Hz), 10.60 (1H, s) 11.48 (1H, s).

例145:化合物番号172の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.5%

mp 167-168°C.

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 14-7. 18 (2 H, m), 7. 35-7. 40 (1H, m), 7. 52-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=7. 8, 1. 8Hz), 8. 05 (1H, brs).

例146:化合物番号145の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-(3,5-ジクロロフェニル)ベンズアミド (化合物番号172)を用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得 た。

収率:60.3%

mp 218-219°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 95-7. 02 (2H, m), 7. 35-7. 36 (1H, m), 7. 42-7. 47 (1H, m), 7. 83-7. 87 (3H, m), 10. 54 (1H, s), 11. 35 (1H, s).

例147:化合物番号146の化合物の製造

原料として、5-フルオロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.3%

mp 258-260°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 28 -7. 37 (2H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9. 3, 3. 3Hz), 7. 84 (2H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 23 (1H, s).

例148:化合物番号147の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 41. 2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 83-7. 84 (3H, m), 10. 56 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例149:化合物番号148の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.6%

mp 243-244°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 83 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 46 (1H, s).

例150:化合物番号149の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.4%

mp 244-245°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 84 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 35-7. 37 (1H, m), 7. 72 (1H, dd, J=9. 0, 2. 1 Hz), 7. 83 (2H, d, J=1. 8Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 45 (1H, s). 例151:化合物番号150の化合物の製造

原料として、3,5-ジブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.2%

mp 181-182°C.

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 42-7. 43 (1H, m), 7. 80 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 03 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 1 7 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 82 (1H, s).

例152:化合物番号151の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

mp 255-256°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 34 -7. 36 (1H, m), 7. 82-7. 85 (3H, m), 10. 51 (1H, s), 11. 70 (1H, brs).

例153:化合物番号152の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.1%

mp 232-233°C.

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 16 (1H, d, J=9.6Hz), 7. 37-7. 39 (1H, m), 7. 84 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 29 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 65 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 83 (1H, s).

例154:化合物番号153の化合物の製造

原料として、5ーメチルサリチル酸、及び3,5ージクロロアニリンを用いて例

16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:71.0%

mp $216-217^{\circ}$ C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2.28 (3H, s), 6.90 (1H, d, J=8.4Hz), 7.26 (1H, dd, J=8.7, 1.8Hz), 7.34-7.36 (1H, m), 7.67 (1H, d, J=1.5Hz), 7.85 (2H, d, J=1.8Hz), 10.52 (1H, s), 11.15 (1H, s). 例155: 化合物番号154の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.8%

mp 230-232°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3.76 (3H, s), 6.95 (1H, d, J=8.7Hz), 7.08 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7.35-7.36 (1H, m), 7.40 (1H, d, J=3.0Hz), 7.85 (2H, d, J=1.5Hz), 10.55 (1H, s), 10.95 (1H, s). 例156: 化合物番号155の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,4,5-トリクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:78.6%

mp 297-299℃.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.98 (1H, d, J=9.0Hz), 7.58 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7.95 (1H, d, J=2.4Hz), 8.03 (1H, s), 10.58 (1H, s), 11.49 (1H, s). 例157:化合物番号156の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロー4-ヒドロキシア ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:22.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 76 (2H, s), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 03 (1H, s), 10. 36 (1H, s), 11. 67 (1H, brs).

例158:化合物番号157の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3,4,5,6-ペンタフルオロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7 Hz), 10. 38 (1H, brs), 11. 74 (1H, brs).

例159:化合物番号158の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジニトロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.2%

mp 258-260℃.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 02 (1H, m), 7. 59 -7. 63 (1H, m), 7. 96-7. 97 (1H, m), 8. 56-8. 58 (1H, m), 9. 03-9. 05 (2H, m), 11. 04 (1H, s), 11. 39 (1H, brs).

例160:化合物番号159の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 7. 04 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1 Hz), 7. 35-7. 38 (2H, m), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7 Hz), 8. 07 (1H, d, J=2. 4 Hz), 10. 22 (1H, s), 12. 38 (1H, br s).

例161:化合物番号160の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) エチル] - 2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 28 (9H, s), 3. 33 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 05 (1H, d, J=9.0Hz),

7. 11 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, dd, J=

9. 0, 3. 0 Hz), 7. 99 (1H, d, J = 3.0 Hz), 8. 49 (1H,

d, J = 2. 4 H z), 10. 78 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例162:化合物番号161の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.1%

mp 188-190°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 28 (6H, s), 6. 80 (1H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33 (2H, s), 7. 58 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 93 (1H, brs).

例163:化合物番号162の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 26 (18H, s), 6. 99 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 29 (1H, t, J=1.8Hz), 7. 39 (1, dd,

J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 41 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 81 (1H, br s), 12. 01 (1H, s).

例164:化合物番号163の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 5Hz), 7. 56 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 98 (1H, s).

例165:化合物番号164の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-3, 5, 5, 8, 8-ペンタメチル-5, 6, 7, 8-テトラヒドロナフタレンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 23 (6H, s), 1. 24 (6H, s), 1. 64 (4H, s), 2. 19 (3H, s), 7. 13 (1H, d, J=9. 0 Hz), 7. 20 (1H, s), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 67 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 23 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例166:化合物番号165の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノビフェニルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 35-7. 44 (1H, m), 7. 45-7. 54 (5H, m), 7. 65-7.

68 (2H, m), 7. 72 (1H, dt, J=7. 2, 2. 1Hz). 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 03 (1H, m), 10. 50 (1H, s), 11. 83 (1H, brs).

例167:化合物番号166の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メトキシビフェニル を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 95 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7. 2Hz), 7. 40-7. 50 (4H, m), 7. 62 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 92 (1H, s), 12. 09 (1H, s).

例168:化合物番号167の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 72 (3H, s), 3. 84 (3H, s), 6. 66 (1H, ddd, J=9. 0, 3. 0, 0. 6Hz), 6. 99-7. 0 3 (2H, m), 7. 58 (1H, ddd, J=9. 0, 2. 7, 0. 6Hz), 8. 10 (1H, dd, J=2. 4, 0. 6Hz), 8. 12 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 87 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例169:化合物番号168の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.3%

mp 207-209°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 75 (6H, s), 6. 30-6. 32

(1H, m), 6. 94-6. 97 (3H, m), 7. 57 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 32 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例170:化合物番号169の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アセチルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 60 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 54 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 76 (1H, dq, J=7. 8, 0. 9Hz), 7. 96-8. 00 (2H, m), 8. 30 (1H, t, J=1. 8Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 75 (1H, s).

例171:化合物番号170の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び5-アミノイソフタル酸 ジメチルエステルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.1%

mp 254-256°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 92 (6H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 24-8. 25 (1H, m), 8. 62 (2H, m), 10. 71 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例172:化合物番号171の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Maybridge社

カタログ番号: RDR 01434

例173:化合物番号173の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル)エ

チル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta = 1.27 (9H, s), 1.33 (9H, s),$

2. 28 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8.1Hz), 7. 24 (1H,

d, J = 2. 1 H z), 7. 2 7 (1 H, d, J = 2. 1 H z), 7. 3 2 (1 H,

d, J = 2, 4 H z), 7, 3 7 (1 H, d, J = 8, 4 H z), <math>7, 8 8 (1 H, d)

d, J=1.5Hz), 10.15 (1H, s), 11.98 (1H, br s).

例174:化合物番号174の化合物の製造

原料として、N-{3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] フェニル}-5 -クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号162)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.1%

 $^{1}H-NMR (CDCl_{3}): \delta$ 1. 34 (18H, s), 2. 36 (3H, s),

7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 25 (1H, d, J=1.5Hz),

7. 44 (2H, d, J=1. 2Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2.

7 Hz), 7. 87 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 98 (1H, s).

例175:化合物番号175の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 37 (18H, s), 7. 13 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 32 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 46 (2H, d, J=1. 8Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 33 (1H, dd, J=9. 3, 2. 1Hz), 8. 59 (1H, d, J=2. 4Hz), 13. 14 (1H, s).

例176:化合物番号176の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (18H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 94 (1H, d, H=8. 4Hz), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 31 (1H, s), 7. 42 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 88 (1H, s), 11. 86 (1H, s).

例177:化合物番号177の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 19-7. 20 (1H, m), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例178:化合物番号178の化合物の製造

原料として、5-0ロローNー $\{5-[(1, 1-i) x f n) x f n] -2-x h$ キシフェニル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号160)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:87.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 37 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 7. 13 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9.0, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 66 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 93 (1H, s).

例179:化合物番号179の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 84.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 34 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 93 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 2 4 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 27 (1H, br s), 8. 48 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 61 (1H, br s), 11. 95 (1H, s).

例180:化合物番号180の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノチアゾールを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.0%

mp 212℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 94 (1H, brd, J=8. 0Hz), 7. 25 (1H, brd, J=3. 2Hz), 7. 56 (2H, m), 8. 05 (1H, d, J=2. 8Hz).

例181:化合物番号186の化合物の製造

(1) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1.26 (9H, s), 4.96 (2H, brs), 6.09 (1H, s).

以下の実施例において例181(1)の方法が引用されている場合、反応溶媒と しては、エタノール等の溶媒を用いた。

(2) 2-アセトキシー5-プロモーN- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル} ベンズアミド

原料として、2-アセトキシー5-プロモ安息香酸、及び2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例 24 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.4%

The second of the second

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 31 (9H, s), 2. 44 (3H, s), 6. 60 (1H, s), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 68 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 72 (1H, brs).

(3) 5-ブロモ-N- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号186)

 $2-アセトキシ-5-ブロモ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾ-ルー2-イル\} ベンズアミド (100.1 mg,0.25 mmol) をテトラヒドロフラン (3 mL) に溶かし、2 規定水酸化ナトリウム (0.2 ml) を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化(イソプロピルエーテル/<math>n-$ ヘキサン)して標題化合物の白色粉末 (70.1 mg,78.9%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (9H, s), 6. 80 (1H, b r s), 6. 95 (1H, br s), 7. 57 (1H, br s), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 82 (1H, br s), 13. 27 (1H, br s). 例182:化合物番号181の化合物の製造

(1) 2-rセトキシー5-rロモー $N-\{5-r$ ロモー4-[(1, 1-i)メチル) エチル] チアゾールー2-rイル $\}$ ベンズアミド

2-アセトキシー5-プロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾ -ルー2-イル $\}$ ベンズアミド (例181 (2) の化合物; 0. 20g, 0. 5

 $0 \, \text{mm o 1}$)をアセトニトリル($1 \, 0 \, \text{mL}$)に溶かし、 $N - \vec{J} \, \text{ロモスクシンイミド (97.9 mg, 0.55 mm o 1)}$ を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を減圧濃縮し、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n - n + mン:酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物を粗生成物として得た。

(2) 5-プロモ-N- $\{5-$ プロモ-4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チア ゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号181) 原料として、2-アセトキシ-5-プロモ-N- $\{5-$ プロモ-4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル $\}$ ベンズアミドを用いて例2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 90. 9% (2工程)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 42 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 79 (1H, brs), 12. 00 (1H, brs).

例183:化合物番号182の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22. 4%

mp 215℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

[2-アミノー5-ブロモー4-(トリフルオロメチル) チアゾール:「ジャーナル・オブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー(Journal of Heterocyclic Chemistry)」, (米国), 1991年, 第28巻, p. 1017参照]

例184:化合物番号183の化合物の製造

(1) αーブロモーピバロイルアセトニトリル

ピバロイルアセトニトリル (1.00g, 7.99mmol)を四塩化炭素 (15mL) に溶かし、N-ブロモスクシンイミド (1.42g, 7.99mmol)を加え、15分間加熱還流した。冷却後、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-n+n+n)で精製して標題化合物の黄褐色オイル (1.43g, 87.9%)を得た。

 1 H-NMR(CDCl $_3$): δ 1.33(9H, s), 5.10(1H, s). 以下の実施例において例184(1)の方法が引用されている場合、プロモ化剤 としては、N-プロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩 化炭素等の溶媒を用いた。

(2) $2-アミノ-5-シアノ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 原料として、<math>\alpha$ -ブロモーピバロイルアセトニトリル、及びチオウレアを用いて 例181(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 41 (9H, s), 5. 32 (2H, s).

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー5-シアノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 43 (9H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 7Hz), 12. 31 (2H, br).

例185:化合物番号184の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-シアノ-4-[(1,

1-ジメチル) エチル] チアゾール (例184 (2) の化合物) を用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 43 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 75 (1H, br), 12. 43 (1H, br).

例186:化合物番号185の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチルチアゾールを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 54 (1H, d, J=9. 6Hz), 8. 03 (1H, d, J=2. 8Hz).

例187:化合物番号187の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4, 5 ージメチルチアゾ ールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 18 (3H, s), 2. 22 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 51 (1H, d, J=6. 8Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 8Hz), 13. 23 (1H, brs).

例188:化合物番号188の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ーメチルー4 ーフェニルチアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:27.7%

mp $243-244^{\circ}$ C.

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 2. 47 (3H, s), 6. 92 (1H, d, J

= 8. 7 Hz), 7. 36-7. 41 (1 H, m), 7. 44-7. 50 (2 H, m), 7. 53 (1 H, d d, J=9. 0, 2. 7 Hz), 7. 57-7. 61 (2 H, m), 8. 16 (1 H, d, J=2. 7 Hz).

[2-アミノー 5-メチルー4-フェニルチアゾール:「薬学雑誌:ジャーナル・オブ・ザ・ファーマシューティカル・ソサエティ・オブ・ジャパン(Yakugaku Zasshi: Journal of The Pharmaceutical Society of Japan)」, 1961年, 第81巻, p. 1456参照]

例189:化合物番号189の化合物の製造

原料として、(4-フルオロフェニル) アセトンを用いて例 $184(1) \sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%(3工程)

7. 0.7 (2 H, t, J = 8.7 Hz), 7. 4.3 (2 H, dd, J = 8.7, 5.

1 H z).

- (2) $2-7 \le J-4-\cancel{5}+\nu-5-(4-7\nu\cancel{5}+\nu-1)$ $fr\cancel{j}-\nu$ $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 27 (3H, s), 4. 88 (2H, s), 7. 07 (2H, t, J=8.7Hz), 7. 32 (2H, dd, J=8.7, 5.4Hz).
- (3) 5-プロモーN- [4-メチルー5- (4-フルオロフェニル) チアゾールー2-イル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号189)

 ¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 33 (2H, t, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 59 (3H, m), 8. 06 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 01-13. 65 (2H, br).

例190:化合物番号190の化合物の製造

原料として、3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトンを用いて例184(1)

~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.8%(3工程)

- (1) αーブロモー3ー (トリフルオロメチル) フェニルアセトン
- ¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 5. 43 (1H, s), 7. 52 (1H, t, J=7.8Hz), 7. 61-7. 66 (2H, m), 7. 69-7. 70 (1H, m).
- (2) 2ーアミノー4ーメチルー5ー [3ー(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール
- ¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 32 (3H, s), 4. 95 (2H, s), 7. 46-7. 56 (3H, m), 7. 59-7. 61 (1H, m).
- (3) 5ープロモーNー {4ーメチルー5ー [3ー(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾールー2ーイル}ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号190)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 40 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 -7. 84 (4H, m), (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 09 (1H, br), 12. 91-13. 63 (1H, br).

例191:化合物番号191の化合物の製造

原料として、2, $2-ジメチル-3-ヘキサノンを用いて例<math>184(1)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.0%(3工程)

- (2) $2-T \le J-4-[(1, 1-i) \ne J+n) x \ne n] -5-x \ne n \ne T \ne n$ ^1H-NMR (CDCl₃): δ 1. 21 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 3
 2 (9H, s), 2. 79 (2H, q, J=7.5Hz), 4. 63 (2H, br s).
- (3) 5 ブロモーN [4 [(1, 1 ジメチル) エチル] 5 エチルチア ゾールー2 - イル] - 2 - ヒドロキシベンズアミド(化合物番号191)

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 4 1 (9H, s), 2. 88 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 84 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 46 (2H, br).

例192:化合物番号192の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-エチル-5-フェニルチアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.4%

mp 224-225°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 24 (3H, t, J=7.6Hz), 2. 70 (2H, q, J=7.6Hz), 6. 95 (1H, brd, J=7.6 Hz), 7. 39-7. 42 (1H, m), 7. 45-7. 51 (4H, m), 7. 56 (1H, brd, J=8.0Hz), 8. 06 (1H, d, J=2.8Hz), 11. 98 (1H, brs).

例193:化合物番号193の化合物の製造

原料として、ベンジルイソプロピルケトンを用いて例184(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 4% (3工程)

(2) 2-アミノー4-イソプロピルー5-フェニルチアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6. 6Hz), 3. 0 5 (1H, m), 4. 94 (2H, s), 7. 28-7. 41 (5H, m).

(3) 5ープロモーNー (4ーイソプロピルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル) -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号193)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 26 (6H, d, J=6.0Hz), 3. 15 (1H, m), 6. 98 (1H, brs), 7. 43-7. 53 (5H, m), 7. 59 (1H, brs), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 90 (1H, brd), 13. 33 (1H, brd).

例194:化合物番号194の化合物の製造

原料として、1-フェニル-2-へキサノンを用いて例184(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.6%(3工程)

(1) α-ブロモー1-フェニルー2-ヘキサノン

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 1 9-1. 32 (2H, m), 1, 50-1. 60 (2H, m), 2. 59 (2H, td, J=7. 5, 3. 9Hz), 5. 44 (1H, s), 7. 34-7. 45 (5H, m).

(2) 2-アミノー4-ブチルー5-フェニルチアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 89 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8-1. 41 (2H, m), 1. 61-1. 71 (2H, m), 2. 56-2. 6 1 (2H, m), 4. 87 (2H, s), 7. 25-7. 40 (5H, m).

(3) 5-ブロモーN-(4-ブチルー5-フェニルチアゾールー2-イル)ー 2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号194)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 23-1. 35 (2H, m), 1. 59-1. 69 (2H, m), 2. 70 (2H, t, J=7. 2Hz), 6. 96 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 39-7. 59 (6H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 93 (1H, br), 13. 18-13. 59 (1H, br).

例195:化合物番号195の化合物の製造

(1) 4-プロモー2, 2, 6, 6-テトラメチルー3, 5-ヘプタンジオン [α-プロモージピバロイルメタン]

2, 2, 6, 6ーテトラメチルー 3, 5ーヘプタンジオン (ジピバロイルメタン; 1. 00g, 5. 42mmol) を四塩化炭素 (10mL) に溶かし、N-プロモスクシンイミド (965.8mg, 5. 42mmol) を加え、2時間加熱還流した。冷却後、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して、標題化合物の

白色結晶(1.42g,定量的)を得た。

 1 H-NMR(CDCl $_3$): δ 1.27(18H, s), 5.67 (1H, s). 以下の実施例において例195 (1) の方法が引用されている場合、ブロモ化剤 としては、N-ブロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩化炭素等の溶媒を用いた。

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-[(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール

4-ブロモー2, 2, 6, 6-テトラメチルー3, 5-ヘプタンジオン ($\alpha-$ ブロモージピバロイルメタン; 1. 42g, 5. 40mmo1)、チオウレア (451. 8mg, 5. 94mmo1)、エタノール (15mL) の混合物を 2時間加熱 還流した。冷却後、反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化(ジクロロメタン/ヘキサン)して 標題化合物の白色結晶 (1.23g, 94.5%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 26 (9H, s), 1. 29 (9H, s), 5. 03 (2H, s).

(3) 5-クロローN- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- [(2, 2 -ジメチル) プロピオニル] チアゾール-2-イル} -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号195)

5-クロロサリチル酸 (143.6 mg, 0.83 mm o 1)、2-アミノー4ー [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- [(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール (200.0 mg, 0.83 mm o 1)、三塩化リン (40 μ 1、0.46 mm o 1)、クロロベンゼン (4 m L) の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=3:1) で精製して標題化合物の白色粉末 (159.1 mg, 48.4%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s),

6.99(1H, d, J=8.7Hz), 7.43(1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7.70(1H, d, J=2.7Hz), 10.52(2H, br). 以下の実施例において例195(3)の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例196:化合物番号196の化合物の製造

例197:化合物番号197の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] -5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール (例 1 9 5 (2) の化合物)を用いて例 1 9 5 (3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s), 6. 94 (1H, d, J=8, 7Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 51 (2H, br).

原料として、ピバロイル酢酸 エチルエステルを用いて例195(1)~(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.7%(3工程)

(1) α-ブロモーピバロイル酢酸 エチルエステル

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 28 (9H, s), 1. 29 (3H, t, J = 7. 2Hz), 4. 26 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 24 (1H, s).

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 4 3 (9H, s), 4. 24 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 18 (2H, s). (3) 2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー5ーカルボン酸 エチルエステル (化合物番号 197)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (3H, t, J=7.2Hz), 1. 44 (9H, s), 4. 27 (2H, q, J=6.9Hz), 7. 00 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 80 (1H, br), 12. 12 (1H, br).

例198:化合物番号198の化合物の製造

- (1) 2-アミノ-5-ブロモー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール (例181 (1) の 化合物; 0.87g, 5.6 mmol) を四塩化炭素 (9 mL) に溶かし、N-ブロモスクシンイミド (1.00g, 5.6 mmol) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物にヘキサンを加え、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル=2:1) で精製して標題化合物の黄灰色粉末 (1.23g, 93.7%) を得た。
- ¹H-NMR (CDC l₃): δ 1.39 (9H, s), 4.81 (2H, brs).
 (2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾール

2-アミノー5ーブロモー4ー [(1, 1ージメチル) エチル] チアゾール (0. 10g, 0. 42mmol)、ピペリジン (0. 1mL)、炭酸カリウム (0. 20g)、アセトニトリル (4mL) の混合物を 3 時間加熱還流した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=2:1) で精製して標題化合物の黄色結晶 (80.7mg, 79.3%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 64 (4H, t, J = 5. 7Hz), 1. 71-1. 77 (2H, m), 2. 35 (2H, brs), 2. 99 (2H, brs), 4. 68 (2H, s).

以下の実施例において例198(2)の製造法が引用されている場合、塩基とし

ては、炭酸ナトリウム等の塩基を用いた。また、反応溶媒としては、アセトニト リル等の溶媒を用いた。

(3) 2-アセトキシ-5-ブロモーN- (4- [(1, 1-ジメチル) エチル]-5-ピペリジノチアゾールー2-イル) ベンズアミド

アルゴン雰囲気下、 $2-アセトキシー5-ブロモ安息香酸(90.3mg,0.35mmol)、<math>2-アミノー4-[(1,1-ジメチル)エチル]-5-ピペリジノチアゾール(80.7mg,0.34mmol)、ピリジン(0.1mL)、テトラヒドロフラン(3mL)の混合物にオキシ塩化リン(<math>46\mul,0.50$ mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を2N塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-n+1)・酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物の粗生成物(84.3mg)を得た。

以下の実施例において例198(3)の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。 また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。 た。

(4) 5 - ブロモーN - $\{4-[(1,1-i) imes ime$

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 41 (9H, s), 1. 56 (2H, brs), 1. 67-1. 74 (4H, m), 2. 79 (4H, brs), 6. 85 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 45 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 70 (2H, br).

以下の実施例において例198(4)の製造法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例199:化合物番号199の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-ブロモー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例198(1)の化合物)、及びモルホリンを用いて例198(2)~(4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾ ール

 1 H-NMR (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 2. 76 (4H, brs), 3. 79 (4H, brs), 4. 66 (2H, s).

(3) $2-アセトキシー5-ブロモーN-{4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾールー<math>2-イル$ ベンズアミド 粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5 - プロモーN - {4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] - 5 - モルホリノチアゾール - 2 - イル} - 2 - ヒドロキシベンズアミド (化合物番号199) ¹H - NMR (CDCl₃): δ 1. 24 (9H, s), 2. 89 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 3. 83 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 6. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 20 (2H, br). 例 200: 化合物番号 200 の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-ブロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例198(1)の化合物)、及び<math>4-メチルピペラジンを用いて例198 (2) \sim (4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 25 (9H, s), 2. 12 (2H, b r s), 2. 19 (3H, s), 2. 57 (2H, b r s), 2. 72 (4H, b r s), 6. 51 (2H, s).

- (3) $2-アセトキシ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル]-5-(4- メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル ベンズアミド 粗生成物のまま次反応に用いた。$
- (4) 5-ブロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル]-5- (4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}-$ 2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 200)

¹H-NMR (CD₃OD): δ 1. 41 (9H, s), 2. 55 (3H, s), 2. 87 (4H, brs), 3. 03 (4H, brs), 6. 88 (1H, d, J =8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 11 (1 H, d, J=2. 7Hz).

例201:化合物番号201の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-プロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア プール (例198(1)の化合物)、及び<math>4-フェニルピペラジンを用いて例198(2)~(4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- (4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール

 $^{1}H-NMR (CDCl_{3}): \delta$ 1. 34 (9H, s), 2. 80 (2H, brs),

3. 03 (4H, brs), 3. 55 (2H, brs), 4. 69 (2H, s), 6. 88 (1H, tt, J=7. 2, 1. 2Hz), 6. 95 (2H, dd, J=9. 0, 1. 2Hz), 7. 28 (2H, dd, J=8. 7, 7. 2Hz).

(3) 2-rセトキシー5-rフロモー $N-\{4-[(1, 1-r) + r) + r\}$ エチルN-5-(4-r) ペンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5-ブロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル]-5- (4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}-$ 2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 201)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 39 (9H, s), 2. 97 (4H, s), 3. 30 (4H, s), 6. 82 (1H, t, J=7. 5Hz), 6. 97 (2H, brs), 6. 99 (2H, t, J=7. 5Hz), 7. 58 (1H, brs), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 69 (1H, brs), 11. 82 (1H, brs).

例202:化合物番号202の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール を用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

mp 239℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7. 6Hz), 7. 44 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 4, 2. 8Hz), 7. 67 (1H, s), 7. 92 (2H, d, J=7. 2Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 8Hz), 1 1. 88 (1H, brs), 12. 05 (1H, brs).

- 例203:化合物番号203の化合物の製造 -

(1) {2- [(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ] ー 4-フェニ

ルチアゾール-5-イル] 酢酸 メチルエステル

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール -5-酢酸 メチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。

収率:32.1%

mp 288. 5-229. 5°C.

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 3. 66 (3H, s), 3. 95 (2H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 0Hz), 7. 48 (2H, brt, J=7. 6Hz), 7. 56-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 85 (1H, brs), 11. 9 8 (1H, brs).

(2) $\{2-[(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ] -4-フェニルチアゾール-5-イル] 酢酸 (化合物番号203)$

(2-[(5-ブロモー2ーヒドロキシベンゾイル)アミノ]ー4-フェニルチアゾールー5ーイル}酢酸 メチルエステル (75mg, 0.17mmol)をメタノール (5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム (0.5mL, 1mmol)を添加し、次いで室温で12時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーへキサン一酢酸エチルで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の淡黄白色結晶 (56mg, 77.3%)を得た。

mp 284-286°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 84 (2H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 8Hz), 7. 49 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 58-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 8Hz), 12. 25 (H, brs).

例204:化合物番号204の化合物の製造

原料として、5 - ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5-ジフェニルチア ゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:25.9%

mp 262-263°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 34-7. 47 (10H, m), 7. 63 (1H, d, J=6. 9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 88 (1H, brs), 12. 08 (1H, brs).

[2-アミノー4, 5-ジフェニルチアゾール:「日本化学雑誌 (Nihon Kagaku Zasshi)」, 1962年, 第83巻, p. 209参照]

例205:化合物番号205の化合物の製造

原料として、5 ープロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4 ーベンジルー5 ーフェニルチアゾールを用いて例 1 9 5 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:2 8. 1 %

mp 198-200°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 08 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 15-7. 22 (3H, m), 7. 30 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 47 (4H, d, J=4. 4Hz), 7. 57 (1H, brd, J=8. 8Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 98 (1H, brs).

[2-アミノー4-ベンジルー5-フェニルチアゾール:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1962年, 第10巻, p. 376参照]

例206:化合物番号206の化合物の製造

原料として、5 ープロモサリチル酸、及び2-アミノー5-フェニルー4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.2%

mp 250° C (dec.). 1 H-NMR (DMSO- d_{6}): δ 7. 02 (1 H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (5H, s), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.8Hz), 12. 38 (1 H, brs).

例207:化合物番号207の化合物の製造

原料として、1-7ェニルー1, 3-7タンジオンを用いて例 $195(1)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 8.9% (3工程)

(1) α - $\overline{}$ α - $\overline{}$ $\overline{}$ α - α - $\overline{}$ α - $\overline{}$ α - $\overline{}$ α - $\overline{}$ α - α -

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 46 (3H, s), 5. 62 (1H, s), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 64 (1H, tt, J=7. 5, 2. 1Hz), 7. 97-8. 01 (2H, m).

(2) 2-アミノ-5-アセチル-4-フェニルチアゾール

 1 H-NMR (DMSO- d_{6}): δ 2. 18 (3H, s), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 59-7. 68 (3H, m), 8. 69 (2H, brs).

(3) 5 - ブロモーN- (5 - アセチルー 4 - フェニルチアゾールー 2 - イル) - 2 - ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 2 0 7)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 44 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 55-7. 71 (4H, m), 7. 76-7. 80 (2H, m), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 36 (2H, br).

例208:化合物番号208の化合物の製造

原料として、1, 3-ジフェニル-1, 3-プロパンジオンを用いて例195(1) ~ (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.7%

(1) α -プロモー1, 3-ジフェニルー1, 3-プロパンジオン 1 H-NMR (CDCl₃): δ 6. 55 (1H, s), 7. 45-7. 50 (4

H, m), 7. 61 (2H, tt, J=7. 2, 2. 1Hz), 7. 98-8. 0 1 (4H, m).

(2) 2-アミノー5-ベンゾイルー4-フェニルチアゾール

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04-7. 18 (5H, m), 7. 22 -7. 32 (3H, m), 7. 35-7. 38 (2H, m), 8. 02 (2H, s).

(3) 5 - ブロモーN - (5 - ベンゾイル - 4 - フェニルチアゾール - 2 - イル) - 2 - ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 2 0 8)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 17-7. 30 (5H, m), 7. 39-7. 47 (3H, m), 7. 57-7. 60 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 05 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 82 (1H, brs), 12. 35 (1H, brs).

例209:化合物番号210の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール -5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:69.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 4. 21 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 70-7. 74 (2H, m), 7. 92 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 88 (1H, br), 12. 29 (1H, brs).

例210:化合物番号209の化合物の製造

原料として、5ーブロモサリチル酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール -5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率: 28.6%

mp 197-199°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 21 (3H, t, J=6.8Hz), 4. 20 (2H, q, J=6.8Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4 Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 33 (1H, brs).

例211:化合物番号211の化合物の製造

原料として、ペンタフルオロベンゾイル酢酸エチルエステルを用いて例195

(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.0%(3工程)

- (1) α ープロモーペンタフルオロベンゾイル酢酸 エチルエステル 粗成生物のまま次反応に用いた。
- (2) 2-アミノー4-(ペンタフルオロフェニル) チアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 41 (2H, s).

(3) 2-(5-プロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-(ペンタフルオロフェニル) チアゾールー5-カルボン酸 エチル (化合物番号211) ^1H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 20(3H, t, J=7.2Hz), 2. <math>51(2H, q, J=7.2Hz), 7.02(1H, d, J=8.7Hz), 7.64(1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.90(1H, d, J=3.0Hz), 11.92(1H, br), 12.58(1H, br).

例212:化合物番号212の化合物の製造

(1) 2-(5-プロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸

2- (5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸エチルエステル (化合物番号209) を用いて例82と同様

の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.0%

42.6%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₅): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 44 (3H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12. 99 (1H, brs).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 70 (3H, d, J=4.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 68-7. 71 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 16 (1H, t, J=4.5Hz), 11. 88 (1H, br), 12. 15 (1H, brs).

以下の実施例において例212(2)の方法が引用されている場合、脱水縮合剤 としては、WSC・HC1、及び1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物を用 いた。また、反応溶媒としては、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

例213:化合物番号213の化合物の製造

原料として、2-(5-)ロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸(例212(1)の化合物)、及びエチルアミンの70%水溶液を用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:62.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 05 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 15-3. 24 (2H, m), 7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 -7. 47 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 69-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 20 (1H, t, J=5.4Hz), 11. 84 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例214:化合物番号214の化合物の製造

原料として、2-(5-プロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェ ニルチアゾールー5-カルボン酸(例212(1) の化合物)、及びイソプロピルアミンを用いて例212(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 07 (6H, d, J=6.3Hz), 4. 02 (1H, m), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 52 (3H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 69-7. 73 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 89 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例215:化合物番号215の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(例212(1)の化合物)、及び2-フェネチルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 78 (2H, t, J=7.5Hz), 3. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7.

 $19-7.\ 24\ (3H, m),\ 7.\ 27-7.\ 33\ (2H, m),\ 7.\ 39-7.$ $41\ (3H, m),\ 7.\ 61-7.\ 65\ (3H, m),\ 8.\ 06\ (1H, d, J=2.\ 4Hz),\ 8.\ 25\ (1H, t, J=6.\ 0Hz),\ 11.\ 85\ (1H, brs),\ 12.\ 15\ (1H, brs).$

例216:化合物番号216の化合物の製造

原料として、5ーブロモサリチル酸、及び2ーアミノー4ー(トリフルオロメチル)チアゾールー5ーカルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 33 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 64 (1H, br).

例217:化合物番号217の化合物の製造

原料として、 $5-\rho$ ロローNー $\{4-[(1,1-ジメチル)$ エチル]-5-[(2,2-i) プロピオニル] チアゾールー2ーイル $\}$ ー2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号195)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 2. 46 (3H, s), 7. 22 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 56 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 9. 8 2 (1H, brs).

例218:化合物番号218の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシビフェニル-3-カルボン酸及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.7%

mp 207-208°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1.23 (3H, t, J=7.2Hz), 4.

22(2H, q, J=7.2Hz), 7.16(1H, d, J=8.7Hz), 7.

36 (1H, t, J=7.5Hz), 7.45-7.50 (5H, m), 7.69

-7.76 (4H, m), 7.85 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.

31 (1H, d, J=2.4Hz), 11.73 (1H, brs), 12.60 (1H, brs).

[4-ヒドロキシビフェニルー3-カルボン酸:「テトラヘドロン(Tetrahedron)」, 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例219:化合物番号219の化合物の製造

原料として、(4'-7)ルオロー4ーヒドロキシビフェニル) -3 -3 ルボン酸及び2-アミノー4-フェニルチアゾールー5 -3 カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.7%

mp 237-238°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 28 (2H, t, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7. 71-7. 75 (4H, m), 7. 81 (1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 8. 27 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 67 (1H, brs), 12. 5 8 (1H, brs).

[(4'-フルオロー4-ヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸:「テトラヘドロン (Tetrahedron)」, 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例220:化合物番号220の化合物の製造

原料として、(2', 4'ージフルオロー4ーヒドロキシビフェニル)ー3ーカルボン酸及び2-アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエス

テルを用いて例195 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.6%

mp 206-207°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7, 2Hz), 7. 17 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (1H, td, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 38 (1H, ddd, J=11. 7, 9. 3, 2. 4Hz), 7. 44-7. 46 (3H, m), 7. 6 0-7. 75 (4H, m), 8. 13-8. 14 (1H, m), 11. 86 (1H, brs), 12. 46 (1H, brs).

例221:化合物番号221の化合物の製造

(1) [4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] -3-カル ボン酸

5ープロモサリチル酸(500 mg, 2.30 mmol)、ジヒドロキシー4ー (トリフルオロメチル)フェニルボラン(488mg, 2.57mmol)、酢酸パラジウム(10mg, 0.040mmol)及び1M炭酸ナトリウム(7mL)の混合物を80℃で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣を、定法に従いトリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して無色液体(563mg)を得た。これをメタノール(10mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(3mL)を添加し、次いで60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーヘキサンージクロルメタンで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の白色結晶(458mg,70.4%)を得た。

mp 185℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 77 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 85 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 90 (1H, dd, J=8.8, 2.0Hz), 8. 10 (1H, d, J=2.4Hz), 11.80 (1H, brs).

(2) $2-\{[4-ヒドロキシ-4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル]-3$ $-カルボニル\}$ アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号221)

原料として、[4-ヒドロキシ-4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル]-3 ーカルボン酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率: 41.7%

mp 236-237°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7. 72-7. 74 (2H, m), 7. 81 (2 H, d, J=8. 4Hz), 7. 91 (1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 7. 93 (2H, d, J=8.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78 (1H, brs), 12. 62 (1H, brs).

例222:化合物番号222の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(1-ピロリル)安息香酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7. 2Hz), 6. 26 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 70-7. 75 (3H, m), 8. 09 (1H,

d, J=2.7Hz), 11.58 (1H, brs), 12.55 (1H, brs). 例223:化合物番号223の化合物の製造

(1) 2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) 安息香酸

5ープロモサリチル酸(500mg, 2.30mmol)、を1,2ージメトキシエタン(5mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(80mg,0.07mmol)を添加、室温で10分間攪拌した。次いでジヒドロキシー2ーチエニルボラン(324mg,2.53mmol)及び1M炭酸ナトリウム(7mL)を添加し2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣を定法に従いトリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して黄色液体(277mg)を得た。これをメタノール(5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(1.5mL)を添加し、次いで60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーへキサンージクロルメタンで晶析して標題化合物の白色結晶(58mg,11.5%)を得た。

¹H-NMR(DMSO-d₆): δ 6. 95(1H, d, J=8. 8Hz), 7. 0 9(1H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 37(1H, dd, J=4. 0, 1. 2Hz), 7. 45(1H, dd, J=5. 2, 1. 2Hz), 7. 74(1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 96(1H, d, J=2. 8Hz).

(2) 2-[2-ヒドロキシ-5-(2-チェニル) ベンゾイル] アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号223) 原料として、2-ヒドロキシ-5-(2-チェニル) 安息香酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 213-214°C.

 $^{1}H-NMR(DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 22(3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1(2H, q, J=7. 2Hz), 7. 10(1H, d, J=9. 2Hz), 7. 12(1 H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 44-7. 46(4H, m), 7. 50 (1H, dd, J=4. 8, 1. 2Hz), 7. 71-7. 74(2H, m), 7. 7 9(1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 8. 21(1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78(1H, brs), 12. 44(1H, brs).

例301:化合物番号301の化合物の製造

(1) 5-クロロー2-メトキシーβ-フェニルスチレン

2-プロモー4-クロロアニソール($300\,\mathrm{mg}$, $1.4\,\mathrm{mmol}$)、スチレン($21\,\mathrm{mg}$, $2\,\mathrm{mmol}$)、トリエチルアミン($13\,\mu\,\mathrm{L}$, $0.1\,\mathrm{mmol}$)、トリフェニルフォスフィン($50\,\mathrm{mg}$, $1.9\,\mathrm{mmol}$)のアセトニトリル($6\,\mathrm{mL}$) 溶液に酢酸パラジウム($21\,\mathrm{mg}$, $7\,\mathrm{mol}$ %)を加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧濃縮し、得られた残渣を酢酸エチル($15\,\mathrm{mL}$)で希釈し、 $2\,\mathrm{規定塩酸}$ 、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=10:1)で精製して、標題化合物の白色粉末($118\,\mathrm{mg}$, 35.6%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 85 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 08 (1H, d, J=16. 8Hz), 7. 17 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 20-7. 42 (4H, m), 7. 51-7. 55 (3H, m).

(2)4-クロロ-2-スチリルフェノール(化合物番号301)

 $5-\rho$ ロロー2-メトキシー $\beta-$ フェニルスチレン $(80\,\mathrm{mg},0.3\,\mathrm{mmol})$ のジクロロメタン $(2\,\mathrm{mL})$ 溶液に、アルゴン雰囲気下、 $1\,\mathrm{mol}/\mathrm{L}$ ボロントリブロミド/ジクロロメタン溶液 $(0.5\,\mathrm{mL},0.5\,\mathrm{mmol})$ を室温で加え、

12時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル(15mL)で希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n-\alpha$ キサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(34.2mg,45.4%)を得た。 1 H-NMR(CDC1₃): δ 4.95(1H,brs), δ 6.74(1H,d,J=8.7Hz),7.09(1H,dd,=8.7,2.4Hz),7.10(1H,d,J=16.2Hz),7.28-7.39(4H,m),7.49-7.54(3H,m).

例302:化合物番号302の化合物の製造

(1)(S)-2-アミノ-3-フェニル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]プロピオンアミド

以下の実施例において例302(1)の方法が引用されている場合、酸ハロゲン 化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、トルエン、モノ クロロベンゼン等の溶媒を用いた。

5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}エチル)ベンズアミド

2-rセトキシー $5-\rho$ ロロ安息香酸(104mg, 0.48mmol)、(S) -2-rミノー3-rフェニルーN-[3,5-rビス(トリフルオロメチル)フェニル]プロピオンアミド(0.20g, 0.48mmol)、1-rドロキシベンゾトリアゾール(71.4mg, 0.53mmol)のN, N-rジメチルホルムアミド(4mL)溶液に、2mmol)の2mmol)の2mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(2mmol)を排出した。酢酸エチル=2mmol)の特製して、標題化合物の白色結晶(2mmol)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 05 (3H, s), 3. 04 (1H, d d, J=13. 8, 9. 9Hz), 3. 19 (1H, d d, J=13. 8, 4. 8 Hz), 4. 73-4. 81 (1H, m), 7. 22-7. 35 (6H, m), 7. 54 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 60 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4 Hz), 7. 81 (1H, s), 8. 27 (2H, s), 8. 91 (1H, d, J=7. 8Hz), 10. 81 (1H, s).

以下の実施例において例302(2)の方法が引用されている場合、脱水縮合剤 としては、WSC・HC1、及び1ーヒドロキシベンゾトリアゾールを用いた。 また、反応溶媒としては、N、Nージメチルホルムアミド等の溶媒を用いた。

- (3)(S) $-5-\rho$ ロロ-2-ヒドロキシ-N-(2-フェニル-1-{[3, 5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル] カルバモイル} エチル) ベンズアミド(化合物番号302)
- (S) $-2-アセトキシ-5-クロロ-N-(2-フェニル-1-{[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] カルバモイル} エチル) ベンズアミド (141.4 mg, 0.25 mm o l) のメタノール/テトラヒドロフラン (2 mL$

+2mL)混合溶液に5規定水酸化ナトリウム水溶液(0.2mL)を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル/イソプロピルエーテル/nーへキサンで結晶化して、標題化合物の白色粉末(74.4mg,56.8%)を得た。 1 H-NMR(DMSO-d₆): δ 3.13(1H,dd,J=13.8,9.0Hz),3.26(1H,dd,J=14.1,4.8Hz),4.85-4.92(1H,m),6.95(1H,d,J=8.7Hz),7.19-7.23(1H,m),7.26-7.31(4H,m),7.45(1H,dd,J=8.7,2.4Hz),7.81(1H,s),7.97(1H,d,J=2.4Hz),8.26(2H,s),9.12(1H,d,J=7.2Hz),10.89(1H,s),12.01(1H,s).

以下の実施例において例302(3)の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例303:化合物番号303の化合物の製造

(1) [1-({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ}カルボニル)メチル]カルバミン酸 1,1-ジメチルエチルエステル

3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリン (0.20g, 0.87mmol) のテトラヒドロフラン (4mL) 溶液に、アルゴン雰囲気下、N-(tert-ブトキシカルボニル) グリシン (183.5mg, 1.05mmol)、トリエチルアミン (0.25mL, 1.79mmol) を加え、氷浴で冷却後、オキシ塩化リン ($96\mu L$, 1.05mmol) を加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー ($n-\sim$ キサン:酢酸エチル= $2:1\rightarrow 3:2$)

で精製して、標題化合物の白色結晶(101.9mg, 30.3%)を得た。 1 H-NMR(CDCl₃): δ 1.49(9H, s), 3.99(2H, d, J=6.0Hz), 5.37(1H, t, J=6.0Hz), 7.57(1H, s), 8.00(2H, s), 9.06(1H, brs).

(2) 2-アミノーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アセトアミド塩酸塩

[1-({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ}カルボニル)メチル]カルバミン酸 1,1-ジメチルエチルエステル(101.9mg,0.26mmol)に4規定塩酸・酢酸エチル溶液(1mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物にn-ヘキサン(15mL)を加え、析出した白色固体を濾取して、標題化合物の白色粉末(80.8mg,96.4%)を得た。

¹H-NMR(CD₃OD):δ 3.89(2H,s),7.71(1H,s),8.22(2H,s).

(3) 2-アセトキシー5-クロローN-({[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}メチル)ベンズアミド

2-rセトキシー $5-\rho$ ロロ安息香酸(59.1mg,0.28mmol)、2-rミノーN-[3,5-rビス(トリフルオロメチル)フェニル]アセトアミド塩酸塩(80.8mg,0.25mmol)、1-rには中シベンゾトリアゾール(37.2mg,0.28mmol)のN,Nジメチルホルムアミド(3mL)溶液にWSC・HCl(95.9mg,0.5mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-nキサン:酢酸エチル=3:21:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(83.7mg,69.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 40 (3H, s), 4. 40 (2H, d, J = 5. 4Hz), 7. 17 (1H, d. J=8. 4Hz), 7. 40 (1H, t,

J=5.4Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.4, 2. 4Hz), 7. 62 (1H, s), 7. 82 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 19 (2H, s), 9. 20 (1H, s).

(4) 5-クロロー2ーヒドロキシーNー ({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}メチル)ベンズアミド(化合物番号303)2ーアセトキシー5ークロローNー ({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}メチル)ベンズアミド(83.7mg,0.17mmo1)のメタノール/テトラヒドロフラン(2mL+1mL)溶液に、5規定水酸化ナトリウム水溶液(0.1mL)を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製、nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(47.7mg,63.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 18 (2H, d, J=5.4Hz), 7. 00 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9.0, 2.7 Hz), 7. 80 (1H, s), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 27 (2H, s), 9. 25 (1H, t, J=5.4Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例304:化合物番号304の化合物の製造

(1) 5ークロロサリチルヒドラジド

5-クロロー2-ヒドロキシ安息香酸 メチルエステル (0.50g, 2.7m mol)、ヒドラジン一水和物 (0.3mL, 6.2mmol)、エタノール (5 mL) の混合物を6時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、n-ヘキサンを加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の白色結晶 (395.9mg, 79.2%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 90 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

38 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 85 (1H, d, J=8. 7Hz), 10. 23 (brs).

(2) 5 ークロロサリチル酸 [3, 5 ービス(トリフルオロメチル)ベンジリデン] ヒドラジド (化合物番号304)

5-クロロサリチルヒドラジド($213.9 \,\mathrm{mg}$, $1.2 \,\mathrm{mmo}\,1$)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド($190 \,\mu\,\mathrm{L}$, $1.2 \,\mathrm{mmo}\,1$)、濃硫酸(3 滴)、エタノール($5 \,\mathrm{m}\,\mathrm{L}$)の混合物を、 $30 \,\mathrm{O}$ 間加熱還流した。3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド($100 \,\mu\,\mathrm{L}$, $0.61 \,\mathrm{mmo}\,1$)を追加し、さらに 1 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(1-ヘキサン:酢酸エチル= $100 \,\mathrm{mg}$

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 86 (1H, d, J=3. 0 Hz), 8. 20 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 8. 59 (1H, s), 1 1. 65 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例305:化合物番号305の化合物の製造

(1)(S)-2-アミノー4-メチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ペンタンアミド

原料として、N- (tert-プトキシカルボニル) -L-ロイシン、及び3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例302 (1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:25.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 98 (3H, d, J=6. 3Hz), 1. 0 1 (3H, d, J=6. 3Hz), 1. 39-1. 48 (1H, m), 1. 741. 89 (2H, m), 3. 55 (1H, dd, J=9. 9, 3. 6Hz), 7. 58 (1H, s), 8. 12 (2H, s), 10. 01 (1H, s).

(2)(S) -5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-(3-メチル-1-{[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}ブチル)ベンズアミド(化合物番号305)

原料として、2-アセトキシー5-クロロ安息香酸、及び(S)-2-アミノー4-メチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ペンタンアミドを用いて例 $302(2)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24.8%(2工程)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 95 (3H, d, J=5.7Hz), 0. 97 (3H, d, J=6.0Hz), 1. 65-1. 84 (3H, m), 4. 65 -4. 72 (1H, m), 6. 98 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 47.(1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 32 (2H, s), 9. 03 (1H, d, J=8.1Hz), 10. 85 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例306:化合物番号306の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチルアルデヒド、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズヒドラジドを用いて例304(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 34 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 73 (1H, d, J=2.4 Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 59 (2H, s), 8. 67 (1H, s), 1 1. 07 (1H, s), 12. 45 (1H, s).

例307:化合物番号307の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェネチルアミンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:30.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 10 (2H, t, J=6. 9Hz), 3. 7 1-3. 77 (2H, m), 6. 34 (1H, brs), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 23 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 36 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 70 (2H, s), 7. 80 (1H, s), 12. 06 (1H, s).

例308:化合物番号308の化合物の製造

3-ヒドロキシ無水フタル酸(100 mg, 0.6 mm o 1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(168 mg, 0.7 mm o 1)、酢酸(5 mL)の混合物を、アルゴン雰囲気下、6 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸を減圧下留去し、得られた残渣を酢酸エチル(15 mL)で希釈、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(100 mg, 43.7%)を得た。 1 H-NMR($DMSO-d_6$): δ 7.31(1H, d, J=8.1Hz),7.42(1H, d, J=7.5Hz),1.5Hz

例309:化合物番号309の化合物の製造

2-Tミノー4-クロロフェノール(143.6mg, 1mmol)のテトラヒドロフラン/トルエン(0.5mL+4.5mL)混合溶液に、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート($180\mu L$, 1.04mmol)を加え、100℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=1:1)で精製、イソプロピルエーテル/n-ヘキサンで結晶化して、標題化合物の薄黄褐色粉末(288.5mg, 72.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.84-6.91 (2H, m), 7.6 7 (1H, s), 8.06 (2H, s), 8.14 (1H, d, J=2.1Hz),

8. 45 (1H, s), 10. 10 (1H, s), 10. 44 (1H, s). 例310:化合物番号310の化合物の製造

(1) $5-\rho$ ロロー 2-メトキシー β - [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] スチレン

2-Tミノー4-クロロアニソール(131mg, 0.8mmol)の48%テトラフルオロホウ酸(0.3mL)溶液に、%次、アルゴン雰囲気下、亜硝酸ナトリウム(57mg, 0.8mmol)の水(1mL)溶液を加えた。0℃で1時間攪拌した後、3,5-ビス(トリフルオロメチル)スチレン(100mg, 0.4mmol)のメタノール(3mL)溶液を加え、50℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル(15mL)で希釈し、2規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(52.8mg, 33.3%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 85 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 08 (1H, d, J=16. 8Hz), 7. 17 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 20-7. 42 (4H, m), 7. 51-7. 55 (3H, m).

(2) 4-クロロー2-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)スチリル]フェノール(化合物番号310)

原料として、 $5-\rho$ ロロー2-メトキシー β -[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル [3, 5-ビス(トリフルオロメ を用いて例 [3, 5-ビス(トリフルオロメ を用いての [3, 5-ビス(トリフルオロメ [3, 5-ビス)を同様の操作を行い、標題化 [3, 5-ビス(トリフルオロメ [3, 5-ビス)を同様の操作を行い、標題化 [3, 5-ビス(トリフルオロメ [3, 5-ビス)を用いての [3, 5-ビス(トリフルオロメ [3, 5-ビス)を用が [3, 5-ビス)を用いての [

収率:18.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 16 (1H, brs), 6. 76 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 15 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 19 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 45 (1H, d, J=15. 5Hz), 7. 53

(1 H, d, J = 2. 4 Hz), 7. 76 (1 H, s), 7. 93 (2 H, s).

例311:化合物番号311の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノインダンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 98 (2H, dd, J=16. 2, 5. 7Hz), 3. 29 (2H, dd, J=16. 2, 7. 5Hz), 4. 69-4. 79 (1H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 16-7. 20 (2H, m), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 03 (1H, d, J=6. 9Hz), 12. 66 (1H, s).

例312:化合物番号312の化合物の製造

(1) 4-クロロー2-({[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イミノ}メチル)フェノール

原料として、5-クロロサリチルアルデヒド、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例14(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 50 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 12 (2H, s), 9. 03 (1H, s), 12. 09 (1H, brs).

(2) N-[(5-クロロー2-ヒドロキシフェニル)メチル]-3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(化合物番号312)

原料として、 $4-\rho$ ロロー $2-(\{[3,5-\forall x(1)])$ フェニル] イミノ $\{(1,1)\}$ メチル) フェノールを用いて例 $\{(1,1)\}$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:78.1%

収率:76.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 40 (3H, s), 6. 27 (1H, s), 6. 80 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 11 (2H, s), 7. 17-7. 20 (2H, m), 7. 30 (1H, s).

例313:化合物番号313の化合物の製造

N-[(5-クロロー2-ヒドロキシフェニル) メチル] -3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(化合物番号312;88.8mg,0.24mmol)、酢酸(43mg,0.7mmol)のジクロルメタン(2mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、WSC・HCl(138mg,0.7mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(69mg,70.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 92 (3H, s), 4. 73 (2H, s), 6. 54 (1H, d, J=2. 4Hz), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 22 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 53 (2H, s), 7. 99 (1H, s), 9. 21 (1H, s).

例314:化合物番号314の化合物の製造

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.4 Hz), 8. 43 (1H, s), 8. 57 (2H, s), 10. 79 (1H, s), 11. 37 (1H, s), 11. 81 (1H, s).

例315:化合物番号315の化合物の製造

5-クロロサリチルヒドラジド(例304(1)の化合物;0.10g,0.53 mm o 1)、3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジルブロミド(120μ L,0.65 mm o 1)、トリエチルアミン(0.2 mL,1.43 mm o 1)、トルエン(4 mL)の混合物を100 $\mathbb C$ で 2 時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n- \mathbb C$ + サン:酢酸エチル=3:1)で精製、 $n- \mathbb C$ + サンで結晶化して、標題化合物の白色粉末(45.6 mg,20.9%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 22 (2H, d, J=4.8Hz), 5. 1 3 (1H, q, J=4.8Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 23 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 37 (1H, dd, J=9.0, 2.4 Hz), 7. 69 (1H, d, J=4.8Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (2H, s), 11. 54 (1H, s).

例316:化合物番号316の化合物の製造

5-クロロサリチル酸(172.6mg, 1mmo1)、3, 5-ビストリフルオロメチルフェノール(152μ L, 1mmo1)、オキシ塩化リン(40μ L, 0.43mmo1)、キシレン(3mL)の混合物を140℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $10:1\rightarrow 5:1$)で精製して、標題化合物の白色結晶(53.6mg, 13.9%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 04 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 5 4 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 75 (2H, s), 7. 86 (1

H, s), 8. 02 (1H, d, J=2.7Hz), 10.09 (1H, s). 例317:化合物番号317の化合物の製造

5-クロロサリチル酸(<math>35mg, 0.2mmo1)、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルヒドラジン(<math>50mg, 0.2mmo1)、のジクロロメタン(2mL) 溶液に、アルゴン雰囲気下、WSC・HC1(30.9mg, 0.2mmo1)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+1)・酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(56.3mg, 69.6%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 61 (1H, d, J=2. 7Hz), 6. 9 9 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 28 (2H, s), 7. 41-7. 45 (2 H, m), 7. 62 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 53 (1H, brs), 1 1. 11 (1H, s).

例318:化合物番号318の化合物の製造

(1) 2ープロモー1ー (5ークロロー2ーヒドロキシフェニル) エタノン 5'ークロロー2'ーヒドロキシアセトフェノン (0.20g, 1.17mmo 1) のテトラヒドロフラン (6mL) 溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリプロミド (0.44g, 1.17mmo 1)を加え、室温で8時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=5:1) で精製して、標題化合物の黄色オイル (220.7mg, 75.6%)を得た。 ¹HーNMR (CDCl₃):δ 4.41 (2H, s), 7.00 (1H, d, J=9.3Hz), 7.47 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7.71 (1H, d, J=2.7Hz), 11.63 (1H, s).

(2) 2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-4-クロロフェノール

2-プロモー1-(5-クロロー2-ヒドロキシフェニル)エタノン(156.9 mg, 0.63 mm o 1)、チオ尿素(47.9 mg, 0.63 mm o 1)、エタノール(3 m L)の混合物を2 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の薄黄白色粉末(98.6 mg, 64.5%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.85 (1 H, d, J=8.7 Hz), 7. 14 (1 H, d d, J=8.7, 3.0 Hz), 7.25 (1 H, s), 7.48 (2 H, s), 7.79 (1 H, d, J=3.0 Hz), 11.95 (1 H, s). (3) N-[4-(5-クロロ-2-ヒドロキシフェニル) チアゾールー2ーイル]-[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド (化合物番号318)

 $2-(2-アミノチアゾールー4-イル) -4-クロロフェノール(98.6 mg,0.41 mmol)、3,5-ビストリフルオロメチル安息香酸(104.9 mg,0.41 mmol)、クロロベンゼン(3 mL)、Nーメチルー2ーピロリジノン(3 mL)の混合物に三塩化リン(3 6 <math>\mu$ L,0.41 mmol)加え、3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、で抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1→2:1)で精製、イソプロピルエーテル/n-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(19.6 mg,10.3%)を得た。 1 H-NMR(DMSO- d_6): δ 6.98(1 H,d,J=8.4 Hz),7.21(1 H,dd,J=8.7,2.7 Hz),7.95(1 H,s),8.08(1 H,d,J=2.7 Hz),8.45(1 H,s),8.77(2 H,s),10.90(1 H,s),13.15(1 H,s)

例319:化合物番号319の化合物の製造

(1) 3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジル] チアゾリジンー <math>2,4-ジオン

2, 4-4アゾリジンジオン(198.7mg, 1.69mmol)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジルブロミド(0.50g, 1.63mmol)、エタノール(5mL)の混合物に5規定水酸化ナトリウム水溶液(0, 5mL)を加え、4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $3:1\rightarrow 2:1$)で精製して、標題化合物の白色結晶(405.6mg, 72.5%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 01 (2H, s), 4. 87 (2H, s), 7. 84 (1H, s), 7. 86 (2H, s).

(2) 5-(5-クロロ-2-ヒドロキシベンジリデン) -3-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル) ベンジル] チアゾリジン-2, 4-ジオン(化合物番号319)

3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジル]チアゾリジン-2,4-ジオン(0.20g,0.58mmol)、ピペリジン(3滴)、酢酸(3滴)トルエン(5mL)の混合物を、室温で10分間攪拌し、<math>5-クロロサリチルアルデヒド(92.3mg,0.59mmol)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、で抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2: $1\rightarrow 3:2$)で精製して、標題化合物の薄黄色粉末(173.2mg,62.0%)を得た。 1 H-NMR(DMSO- $_6$): δ 5.03(2H,s),7.00(1H,d,J=9.0Hz),7.33(1H,d,J=2.4Hz),7.38(1H,dd,J=8.7,2.7Hz),8.03(1H,s),8.05(2H,s),8.

07 (1H, s), 10. 95 (1H, s).

例320:化合物番号320の化合物の製造

3-ヒドロキシ無水フタル酸(3.3.5mg, 0.2mmol)、3.5-ビストリフルオロメチルベンジルアミン(6.2mg, 0.2mmol)、クロロベンゼン(5mL)の混合物を、アルゴン雰囲気下、3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色結晶(6.8.5mg, 8.5.2%)を得た。 1 H-NMR($CDCl_3$):8.4.90(2H, s), 7.19(1H, dd, J=8.4,0.6Hz)、7.41(1H, dd, J=7.2, 0.6Hz)、7.8

例321:化合物番号321の化合物の製造

2(1H, brs), 7. 86(2H, s).

5-クロロサリチルアルデヒド(150mg, 1mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルヒドラジン(200mg, 0.9mmo1)、メタノール(5mL)の混合物を,アルゴン雰囲気下、1 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、メタノールを減圧下留去し、得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色粉末(224mg, 66.6%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 97(1H, d, J=8. 7Hz), 7. 1 7(1H, d, J=2. 4Hz), 7. 24(1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 35(2H, s), 7. 41(1H, s), 7. 82(1H, s), 7. 87(1H, s), 10. 29(1H, s).

例322:化合物番号322の化合物の製造

原料として、6-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 36 (2H, d, J=8. 4Hz), 7.

13 (1H, t, J=8. 4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 38 (2H, s), 11. 40 (2H, brs), 11. 96 (1H, brs).

例323:化合物番号323の化合物の製造

原料として、4-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42. 9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 32 (3H, s) 6. 82 (1H, d, J=6. 6Hz) 6. 84 (1H, s) 7. 83 (1H, s) 7. 84 (1H, d, J=8. 5Hz) 8. 47 (2H, s) 10. 76 (1H, s) 11. 44 (1H, s).

例324:化合物番号324の化合物の製造

原料として、5-ブロモー4-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 5. 89 (1H, s) 6. 70 (1H, s) 7. 69 (2H, s) 7. 95 (1H, s) 8. 12 (2H, s) 11. 62 (1H, s).

例325:化合物番号325の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 37 (1H, d, J=2.5Hz), 6. 42 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 86 (1H, d, J=8.5Hz), 8. 44 (2H, s), 10. 31 (1H, s), 10. 60 (1H, s), 11. 77 (1H, s).

・例326:化合物番号326の化合物の製造

原料として、3,5-ジクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 85 (1H, d, J=2.5Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=2.5Hz), 8. 42 (2H, s), 11. 10 (1H, s).

例327:化合物番号327の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22. 7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 81 (1H, t, J=8.0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 35 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9. 56 (1H, s), 10. 79 (1H, s), 10. 90 (1H, brs).

例328:化合物番号328の化合物の製造

原料として、3-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=7. 4Hz), 7. 42 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 84-7. 85 (2H, m), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例329:化合物番号329の化合物の製造

原料として、3-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.6%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3. 85 (3H, s), 6. 94 (1H, t,

 $J=8.\ 0\,H\,z$), 7. 20 (1H, dd, $J=8.\ 0$, 1. 4Hz), 7. 44 (1H, dd, $J=8.\ 0$, 1. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 10. 94 (1H, brs).

例330:化合物番号330の化合物の製造

原料として、5-[(1, 1, 3, 3-テトラメチル) ブチル] サリチル酸、及び <math>3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例<math>16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 70 (9H, s), 1. 35 (6H, s), 1. 72 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 0, 2. 1Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (1H, s), 10. 77 (1H, s), 11. 20 (1H, s).

例331:化合物番号331の化合物の製造

原料として、3,5,6-トリクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。 収率:26.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.88 (1H, s), 7.93 (1H, s), 8.33 (2H, s), 10.88 (1H, s), 11.36 (1H, s).

例332:化合物番号332の化合物の製造

原料として、3,5-ビス [(1,1-ジメチル) エチル] サリチル酸、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 34 (9H, s), 1. 40 (9H, s), 7. 49 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 4 4 (1H, s).

例333:化合物番号333の化合物の製造

原料として、6-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:35.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 73-6. 82 (2H, m), 7. 32 (1H, ddd, J=1. 4, 8. 5, 15. 3Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 39 (2H, s), 10. 50 (1H, d, J=1. 4Hz), 11. 11 (1H, s).

例334:化合物番号334の化合物の製造

原料として、3-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, dd, J=7. 6, 8. 0Hz), 7. 69 (1H, dd, J=1. 4, 13. 3Hz), 7. 90 (1H, s), 7. 93 (1H, dd, J=1. 4, 8. 0Hz), 8. 44 (2H, s), 11. 01 (1H, s), 11. 92 (1H, br. s).

例335:化合物番号335の化合物の製造

原料として、4-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 81 (3H, s), 6. 54 (1H, d, J=2. 5Hz), 6. 61 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 45 (2H, s), 1 0. 69 (1H, s), 11. 89 (1H, s).

例336:化合物番号336の化合物の製造

原料として、6-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)

アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 24 (3H, s), 6. 03 (1H, d, J=8. 0Hz), 6. 05 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 71 (1H, d d, J=8. 2, 8. 5Hz), 7. 25 (1H, s), 7. 88 (2H, s), 9. 67 (1H, s), 10. 31 (1H, s)

例337:化合物番号337の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びメタンスルホニルクロリドを用いて例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 93 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 31 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 68 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9. 48 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例338:化合物番号338の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びベンゼンスルホニルクロ リドを用いて例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.89 (1 H, d, J=8.7 Hz), 7.10 (1 H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7.51-7.64 (4 H, m), 7.68-7.71 (2 H, m), 7.81 (1 H, s), 8.42 (2 H, s), 10.03 (1 H, s), 10.87 (1 H, s), 11.13 (1 H, brs). 例339: 化合物番号339の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] <math>-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びアセチルクロリドを用い

て例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 02 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 46 (2H, s), 9. 90 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 10. 94 (1H, s).

例340:化合物番号340の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド(例87(2)の化合物)を用いて例80(5)と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 17 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.4, 2. 4Hz), 8. 26 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 1 0. 95 (1H, s), 11. 90 (1H, s).

例341:化合物番号341の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 46.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 41 (2H, m), 7. 50 -7. 55 (1H, m), 7. 79 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 85 (1 H, d, J=0. 6Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 51 (2 H, s), 10. 98 (1H, s), 11. 05 (1H, s).

例342:化合物番号342の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を

得た。

収率:30.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 27 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 32-7. 38 (1H, m), 7. 45-7. 50 (1H, m), 7. 72 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 82-7. 93 (3H, m), 8. 50 (1H, s), 10. 28 (1H, s), 11. 07 (1H, brs).

例343:化合物番号343の化合物の製造

(1) 4-ブロモー3-ヒドロキシチオフェンー2-カルボン酸

4ーブロモー3ーヒドロキシチオフェンー2ーカルボン酸 メチルエステル(500mg, 2.1mmol)、水酸化ナトリウム(261mg, 6.3mmol)のメタノール/水(2.5mL+2.5mL)混合溶液を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸を加えpHを1とした後、酢酸エチル(50mL)で希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の赤褐色粉末(326mg, 69.4%)を得た。

 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$): δ 4.05 (1H, brs), 7.40 (1H, s). (2) 4-ブロモ-3-ヒドロキシ-N-[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] チオフェン-2-カルボキサミド (化合物番号343) 原料として、4-ブロモ-3-ヒドロキシチオフェン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7.42 (1H, s), 7.67 (1H, brs), 7.78 (1H, brs), 8.11 (2H, s), 9.91 (1H, brs). 例344: 化合物番号344の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及びオキシインドールを用いて例28と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 44. 8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 3. 98 (2H, s), 7. 22 (1H, t d, J=7. 8, 1. 2Hz), 7. 33-7. 40 (2H, m), 7. 87 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 38 (2H, s), 11. 00 (1H, s).

例345:化合物番号345の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及び5-クロロオキシインドールを用いて例28と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (2H, s), 7. 41 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 8 7 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例346:化合物番号346の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 03 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 1 0. 69 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例3.47:化合物番号347の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.0%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3.85 (3H, s), 7.02 (1H, s),

7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例348:化合物番号348の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-モルホリノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, m), 3. 84 (4H, m), 7. 15 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 91 (1H, s), 11. 24 (1H, s), 12. 05 (1H, s).

例349:化合物番号349の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 97-7. 99 (2H, m), 8. 81 (1H, d, J=2.1Hz), 11. 03 (1H, s), 12. 38 (1H, s).

例350:化合物番号350の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-5-トリフルオロメチル 安息香酸メチルエステルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:67.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 91 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 57 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 13 (1H, s), 8. 23 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 36 (1H, s), 11. 52 (1H, s).

例351:化合物番号351の化合物の製造

5-クロロー2ーヒドロキシーNー [3-メトキシカルボニルー5- (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド (化合物番号350;105 mg, 0.281 mm o 1)、メタノール (2.5 mL) の混合物に2 規定水酸化ナトリウム水溶液 (0.6 mL) を加え、室温にて3 時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルにて洗浄した。水層に希塩酸を加え酸性とした後、酢酸エチルにて抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水にて順次洗浄、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで結晶化して、標題化合物の白色固体 (100 mg, 99.0%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 93 (1H, s), 8. 43 (1H, s), 8. 59 (1H, s), 10. 78 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例352:化合物番号352の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ー (2 ーナフチルオキシ) ー 5 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 94 (1H, d, J=9. 6Hz), 6. 9 8 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 25-7. 41 (4H, m), 7. 48-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 88 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 95 (1H, d, J=8. 9Hz), 8. 72 (1H, s), 8. 83 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 70 (1H, s).

例353:化合物番号353の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2, 4-ジクロロフェノキシ)-5- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 7%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 6. 78 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 0 2 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33-7. 38 (3H, m), 7. 42 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 6Hz) 7. 58 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 66 (1H, brs,), 8. 82 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 65 (1H, s).

例354:化合物番号354の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-[(4-トリフルオロメチル) ピペリジノ] -5- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 85-2. 05 (2H, m), 2. 15 (2 H, d, J=10.9Hz), 2. 28 (1H, m), 2. 82 (2H, t, J=11.0Hz), 3. 16 (2H, d, J=12.2Hz), 7. 02 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 31 (1H, d, J=8.3Hz), 7. 42 (2H, m), 7. 50 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 75 (1H, s), 9. 60 (1H, s), 11. 94 (1H, s)

例355:化合物番号355の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)-5- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.5%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4. 58 (2H, q, J=7. 9Hz), 6. 9 9-7. 05 (2H, m), 7. 41-7. 50 (3H, m), 8. 63 (1H, brs), 8. 79 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 59 (1H, s).

例356:化合物番号356の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 74 (3H, s), 6. 70 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1H, d d, J=1. 5, 7. 8Hz), 7. 24-7. 39 (4H, m), 7. 49 (1H, d d, J=3. 0, 8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 36 (1H, s), 12. 18 (1H, s).

例357:化合物番号357の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロ-3, 5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 34 (6H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 05 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 11 (2H, s), 7. 43-7. 47 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 25 (1H, s), 12. 12 (1H, s).

例358:化合物番号358の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 68-1. 72 (2H, m), 1. 80-1. 88 (4H, m), 2. 89 (4H, t, J=5. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 39-7. 43 (2

H, m), 7. 55 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=1. 8Hz), 9. 71 (1H, s), 12. 05 (1H, s)

例359:化合物番号359の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 67.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 03 (1H, dd, J=0. 5, 8. 8Hz), 7. 12 (2H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (2H, d, J=8. 5Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48 (1H, ddd, J=0. 8, 2. 7, 8. 8Hz), 7. 98 (1H, dd, J=0. 8, 2. 7Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 29 (1H, s), 12. 15 (1H, s).

例360:化合物番号360の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 22 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 50 (2H, d, J=8.2Hz), 7. 94 (1H, dd, J=0.5, 2.7Hz), 8. 92 (1H, d, J=2.2Hz), 11. 20 (1H, s), 12. 10 (1H, s).

例361:化合物番号361の化合物の製造

原料として、5-プロモ-2-ヒドロキシ-N-[3,5-ビス(メトキシカルボニル)フェニル] ベンズアミド (化合物番号170) を用いて例351と同様

の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 24 (1H, t, J=1. 5Hz), 8. 57 (2H, d, J=1. 2Hz), 10. 67 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例362:化合物番号362の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-[(1-メチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6.9Hz), 2. 3 0 (3H, s), 2. 87-2. 96 (1H, m), 7. 00 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=7.8, 1.8Hz), 7. 20 (1H, d, J=7.8Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 50 (1H, s), 7. 71 (1H, s), 11. 99 (1H, s).

例363:化合物番号363の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジェトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=6.9Hz), 1. 41 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 97 (2H, q, J=6.9Hz), 4. 06 (2H, q, J=6.9Hz), 6. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 96 (1

H, s), 11. 91 (1H, s).

例364:化合物番号364の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 28 (3H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, brs), 7. 15 (1H, d, J=7. 7Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 45 (1H, brs), 7. 49 (1H, d, J=2. 5Hz) 7. 70 (1H, br), 11. 96 (1H, brs).

例365:化合物番号365の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-シアノアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=9.0Hz), 11. 11 (1H, s), 12. 36 (1H, s).

例366:化合物番号366の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N, N-ジエチルスルファモイル)-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 17 (6H, t, J=7. 3Hz), 3. 2 9 (4H, q, J=7. 3Hz), 4. 05 (3H, s), 7. 00 (2H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 65 (1H, dd, J=2. 3, 8. 6Hz), 8. 56 (1H, br. s), 8. 84 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 82 (1H, s).

例367:化合物番号367の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 6, 8. 6Hz), 7. 74 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 99 (1H, dd, J=3. 0, 8. 9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 6Hz), 9. 51 (1H, d, J=2. 6Hz)

例368:化合物番号368の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N-フェニルカルバモイル)-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 09 (2H, d d, J=6. 6, 6. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 3 5 (2H, dd, 6. 9, 7. 3Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 77 (3H, d, J=8. 6Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 9 7 (1H, s), 10. 17 (1H, s), 10. 91 (1H, s), 12. 11 (1H, s).

例369:化合物番号369の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 82 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 66 (1H, dd, J=3. 0, 8. 9Hz), 6. 86 (1H, d, J=8. 9Hz), 6.98 (1H, d, J=8.9Hz), 7.39 (1H, dd, J=2.6, 8.9Hz), 7.47 (1H, d, J=2.6Hz), 8.08 (1H, d, J=3.0Hz), 8.60 (1H, br.s), 12.03 (1H, s). 例370:化合物番号370の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アセチルアミノ-2-メトキシア ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 01 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 7. 03 (2H, t, J=9.6Hz), 7. 49 (2H, dd, J=8.9, 9. 2Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 51 (1H, s), 9. 87 (1H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 03 (1H, d, J=4.0Hz).

例371:化合物番号371の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-メチルアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:100%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 29 (3H, s), 3. 82 (3H, s), 6. 75 (1H, dd, J=2. 6, 8. 2Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 38 (1H, d, 2. 3Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 70 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例372:化合物番号372の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジプトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 98 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 0 5 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44-1. 65 (4H, m), 1. 72-1. 79 (2H, m), 1. 81-1. 91 (2H, m), 3. 97 (2H, t, J=6. 3Hz), 4. 07 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 64 (1H, d d, J=9. 0, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=9. 3Hz), 6. 9 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 39 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 44 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 08 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 76 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例373:化合物番号373の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジイソペンチルオキシシアニ リンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 97 (6H, d, J=6.6Hz), 1. 0 3 (6H, d, 6.6Hz), 1. 64-1. 98 (6H, m), 3. 99 (2H, t, J=6.6Hz), 4. 09 (2H, t, J=6.3Hz), 6. 63 (1H, dd, J=8.7, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=8.7Hz), 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 38 (1H, dd, J=9.0, 2. 4Hz), 7. 43 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 09 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 75 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例374:化合物番号374の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-カルバモイル-2-メトキシアニ リンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.2%

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 4. 86 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J = 7. 6Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 35 (1H, dd, J=3. 0, 7. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 80 (1H, d, J=2. 0Hz).

例375:化合物番号375の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5- [(1, 1-ジメチル) プロピル] -2-フェノキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得 た。

収率:65.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 6Hz), 1. 2 9 (6H, s), 1. 64 (2H, q, J=7. 6Hz), 6. 91 (1H, dd, J=1. 7, 7. 6Hz), 6. 96 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 03 (2 H, d, J=8. 9Hz), 7. 10 (1H, dt, J=1. 7, 7. 6Hz), 7. 16 (1H, dt, J=1. 7, 7. 6Hz), 7. 40-7. 31 (4H, m), 8. 42 (1H, dd, J=2. 0, 7. 9Hz), 8. 53 (1H, br. s) 11. 94 (1H, s).

例376:化合物番号376の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ヘキシルオキシ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 92 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 4 0-1. 59 (6H, m), 1. 90-2. 01 (2H, m), 3. 09 (3H, s), 4. 22 (2H, t, J=6. 3Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 9 Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 40-7. 43 (2H, m), 7. 73 (1H, dd, J=8. 6, 2. 3Hz), 8. 74 (1H, brs), 8. 99 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 76 (1H, s).

例377:化合物番号377の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3'-アミノ-2, 2, 4'-トリメチルプロピオフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 38 (9H, s), 2. 38 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 6 Hz), 7. 57 (1H, dd, J=7. 9, 2. 0Hz), 7. 83 (1H, b rs), 8. 11 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 82 (1H, s).

例378:化合物番号378の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2- (1-ピロリル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 46 (3H, s), 6. 51-6. 52 (2 H, m), 6. 82-6. 85 (3H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 06 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 9Hz),

7. 32 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 61 (1H, s), 8.

29 (1H, s), 11.86 (1H, br. s).

例379:化合物番号379の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-トシルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=2.

6, 8. 9 Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6 Hz), 7. 74 (1H, d,

J=2.3Hz), 7.96 (1H, d, J=8.6Hz), 8.56 (1H, d,

J=2.0Hz), 10.75 (1H, s), 11.70 (1H, s).

例380:化合物番号380の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-トシルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:43.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 29 (1H, dd, J=2. 0, 6. 6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 73 (2H, d, J=2. 3Hz),

WO 03/103665 PCT/JP03/07120

7. 97 (1H, d, J=8.6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2.0Hz), 10. 73 (1H, s), 11. 71 (1H, s).

例381:化合物番号381の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 12 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 6, 10. 2Hz), 7. 45 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 80 (1H, ddd, J=2. 3, 4. 6, 8. 6Hz), 8. 25 (1H, s), 8. 98 (1H, dd, J=2. 3, 7. 7Hz), 11. 33 (1H, br. s).

例382:化合物番号382の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシー5-フェノキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 98 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 6. 90 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 95-7. 00 (3 H, m), 7. 04-7. 09 (1H, m), 7. 29-7. 35 (2H, m), 7. 38 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6 Hz), 8. 19 (1H, d, J=2. 9Hz), 8. 61 (1H, brs), 11. 92 (1H, s).

例383:化合物番号383の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノー4-メチルビフェニルを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:47.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 7. 06 (1H, d,

J=8. 7Hz), 7. 43-7. 52 (4H, m), 7. 64-7. 67 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 19 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 40 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例384:化合物番号384の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(α , $\alpha-$ ジメチルベンジル)-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 89.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 72 (6H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 83 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 93 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 6. 96 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 15-7. 20 (1H, m), 7. 25-7. 28 (4H, m), 7. 36 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 46 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 35 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 51 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例385:化合物番号385の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-モルホリノ-2-ニトロアニリン を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 46-3. 52 (4H, m), 3. 85-3. 94 (4H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2. 2Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 43 (1H, s)

例386:化合物番号386の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-フルオロ-2-(1-イミダゾリル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.8%

WO 03/103665 PCT/JP03/07120

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 12-7. 19 (2H, m), 7. 42-7. 51 (3H, m), 7. 89 (1H, d, J=2.8Hz), 7. 93 (1H, d, J=1.1Hz), 8. 34 (1H, dd, J=11.4, 2.8Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 76 (1H, brs).

例387:化合物番号387の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブチル-5-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 99 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 3 9-1. 51 (2H, m), 1. 59-1. 73 (2H, m), 2. 71-2. 79 (2 H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 41-7. 49 (3H, m), 7. 92 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=2. 3, 8. 4Hz), 8. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 51 (1H, s).

例388:化合物番号388の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル)プロピル]-2-ヒドロキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 70 (3H, t, J=7. 4Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 4Hz), 6. 97 (1H, d, J=6. 3Hz), 7. 00 (1H, d, J=6. 6Hz), 7. 08 (1H, s), 7. 14 (1H, dd, J=2. 5, 8. 6Hz), 7. 36 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 42 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 57 (1H, d, J=2. 5Hz), 8. 28 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例389:化合物番号389の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシー5-メチルアニリンを

用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.2%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 2. 27 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 6. 90 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 6. 98 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例390:化合物番号390の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 07 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 37-7. 49 (1H, m), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15-8. 22 (1H, m), 10. 83 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例391:化合物番号391の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, tt, J=9. 3, 2. 1), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=7. 5, 2. 7Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 63 (1H, s), 11. 43 (1H, brs).

例392:化合物番号392の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-[(1,

1-ジメチル) エチル] チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号197) を用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 44 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 62 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 83 (1H, brs), 12. 04 (1H, brs), 12. 98 (1H, brs).

例393:化合物番号393の化合物の製造

原料として、5ープロモサリチル酸、及び2ーアミノー4ーフェニルチアゾール -5ー酢酸 メチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。(本化合物は、例203(1)の化合物である。)

収率:32.1%

mp 288. 5-229. 5°C.

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 3. 66 (3H, s), 3. 95 (2H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 0Hz), 7. 48 (2H, brt, J=7. 6Hz), 7. 56-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 85 (1H, brs), 11. 9 8 (1H, brs).

例394:化合物番号394の化合物の製造

2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号209)を用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。(本化合物は、例212(1)の化合物である。)

収率:67.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7.44 (3H, m), 7.62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7.70-7.72 (2H, m), 8.04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12.99 (1H, brs). 例395:化合物番号395の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾ ール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 03 (2H, s), 6. 93 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 8. 23 (2H, s).

(2) $5-\rho$ ロロー2ーヒドロキシーNー $\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)$ フェニル] チアゾールー2ーイル $\}$ ベンズアミド(化合物番号395) $5-\rho$ ロロサリチル酸(172.6 mg, 1 mm o 1)、2-アミノー4ー[3,5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル]チアゾール(312.2 mg, 1 mm o 1)、三塩化リン(44μ L, 0.5 mm o 1)、モノクロロベンゼン(5 mL) の混合物を4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1-2:1) で精製して、標題化合物の淡黄白色粉末(109.8 mg, 23.5%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 94 (1H, d, J=3.0 Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 60 (2H, s), 1. 77 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例396:化合物番号396の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノピリジンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 23. 2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 42 (1H, ddd, J=9.0, 4.8, 0.6Hz), 7.47 (1H, dd, J=8.7, 5.7Hz), 7.92 (1H, d, J=2.7Hz), 8.15 (1H, ddd, J=8.4, 2.4, 1.5Hz), 8.35 (1H, dd, J=7.8, 1.5Hz), 8.86 (1H, d, J=2.4Hz), 10.70 (1H, s).

例397:化合物番号397の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー6-ブロモピリジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=7.8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7. 82 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 94 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=7.8Hz), 10. 95 (1H, s), 11. 97 (1H, s).

例398:化合物番号398の化合物の製造

(1) 2-アセトキシ-5-クロローN-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び2-アミノピリダジン

を用いて例198(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 42 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 01 (1 H, d, J=2. 4Hz), 8. 28 (1H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 09 (1H, s), 9. 66 (1H, d, J=1. 8Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミド(化合物番号398)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ-N-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミドを用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 44-8. 47 (2H, m), 9. 49 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例399:化合物番号399の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモピリミジンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.98 (1H, d, J=8.8Hz), 7.59 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8.00 (1H, d, J=2.8Hz), 8.86 (2H, s), 11.09 (1H, s), 11.79 (1H, s). 例400:化合物番号400の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号394)、及びプロピルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 82 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 39-1.51 (2H, m), 3. 13 (2H, q, J=6.6Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 68-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 18 (1H, t, J=5.7Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 14 (1H, brs).

例401:化合物番号401の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:15.0%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 2. 49 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 8Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 97 (1H, d, J=2. 8Hz), 8. 60 (1H, s), 1 0. 69 (1H, brs), 12. 07 (1H, brs).

例402:化合物番号402の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, d, J=8.7 Hz), 7. 86 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 00 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 32 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 69 (1H, s), 11. 49 (1H, s).

例403:化合物番号403の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピル-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 24 (6H, d, J=6.6Hz), 2. 97-3.06 (1H, m), 7.06 (1H, d, J=8.7Hz), 7.51 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.61 (1H, s), 7.62 (1H, d, J=7.5Hz), 7.98 (1H, d, J=2.7Hz), 8.03 (1H, d, J=8.1Hz), 10.67 (1H, s), 12.21 (1H, s). 例404: 化合物番号404の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 46-7. 51 (2H, m), 7. 62 (1H, t, J=7.9Hz), 7. 90 (1H, d, J=3.0Hz), 7. 94 (1H, d, J=9.2Hz), 8. 21 (1H, s), 10.64 (1H, s), 11.58 (1H, brs).

例405:化合物番号405の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 17 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 46 (1H, d, J=1.8Hz), 8. 88 (1H, d, J=9.0Hz), 12. 19 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例406:化合物番号406の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.07 (1H, d, J=8.7Hz), 7.55 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.99 (1H, d, J=2.4Hz), 8.10 (2H, s), 10.62 (1H, s), 11.88 (1H, s). 例 407: 化合物番号 407の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 7.49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.80 (1H, d, J=2.7Hz), 8.17 (2H, s), 8.43 (1H, s), 10.94 (1H, s), 11.34 (1H, s).

例408:化合物番号408の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.03 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7.85-7.94 (3H, m), 8.31 (1H, d, J=1.8Hz), 10.67 (1H, s), 11.48 (1H, s).

例409:化合物番号409の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-プロモ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 93-7. 97 (3H, m), 8. 21 (1H, d, J=9. 3Hz), 10. 81 (1H, s), 12. 28 (1H, s).

例410:化合物番号410の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=9. 0, 1.8Hz), 7.98 (1H, d, J=3.0Hz), 8.11 (1H, d, J=1.5Hz), 8.67 (1H, d, J=8.7Hz), 11.05 (1H, s), 12.40 (1H, s).

例411:化合物番号411の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-フルオロ-2-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 63 (1H, td, J=8.7, 3.3Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 11 (1H, dd, J=8.7, 5.1Hz), 10.67 (1H, s), 12.20 (1H, s).

例412:化合物番号412の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピルオキシ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.2%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 29 (6H, d, J=5.7Hz), 4. 67-4. 79 (1H, m), 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 22 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 30 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 86 (1H, d, J=9.

WO 03/103665 PCT/JP03/07120

0 Hz), 7. 99 (1H, d, J=3. 0 Hz), 10. 50 (1H, s), 12. 18 (1H, s).

例413:化合物番号413の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジメトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:19.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 3. 93 (3H, s), 4. 03 (3H, s), 6. 70 (1H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39 (1H, d d, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 2 9 (1H, brs,), 8. 54 (1H, s), 11. 92 (1H, s).

例414:化合物番号414の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジフルオロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:66.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 82 (1H, t, J=10.7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 64 (1H, d, J=8.0Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 37 (1H, brs).

例415:化合物番号415の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-シアノ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=2.8, 8.8Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 17 (1H, dd, J=1.8, 8.9Hz), 8. 31 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 63 (1H, d, J=8.9Hz), 11. 16 (1H, s), 12. 45 (1H, br. s).

例416:化合物番号416の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-2-(4-クロロベンゼンスルホニル)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 1 3 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 22 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 34 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 40 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9 Hz), 7. 66 (1H, s), 8. 71 (1H, s), 8. 80 (1H, s), 1 1. 42 (1H, s).

例417:化合物番号417の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-ニトロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 93 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 52 (1H, s), 9. 13 (1H, s), 12. 38 (1H, brs), 12. 45 (1H, s).

例418:化合物番号418の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3-ジフルオロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 53 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 66 (1H, dt, J=1. 8, 7.7Hz), 7. 93 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 35 (1H, t, J=7.7Hz), 11. 02 (1H, d, J=1.5Hz), 12. 32 (1H, s).

例419:化合物番号419の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4,4'-ジアミノ-2,2'-ビス (トリフルオロメチル) ビフェニルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化 合物を得た。

収率:35.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (2H, d, J=8.8Hz), 7. 39 (2H, d, J=8.5Hz), 7. 49-7.51 (2H, m), 7. 91 (2H, d, J=2.5Hz), 7. 99 (2H, dd, J=2.0, 8.5Hz), 8. 31 (2H, d, J=1.9Hz), 10. 71 (2H, s), 11. 54 (2H, s).

例420:化合物番号420の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3,5,6-テトラフルオロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.08 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 53 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7.89 (1H, d, J=2.6 Hz), 10.65 (1H, br.s), 11.76 (1H, br.s).

例421:化合物番号421の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3'-アミノアセトアニリドを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 05 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 24-7. 39 (3H, m), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 03 (1H, s), 10. 01 (1H, s), 10. 41 (1H, s), 11. 87 (1H,

s).

例422:化合物番号422の化合物の製造

(1) 2-アセトキシ-5-クロロ-N-(3-カルバモイルフェニル) ベンズ アミド

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び3-アミノベンズアミドを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 5. 89 (1H, brs), 6. 31 (1H, brs), 7. 14 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 42-7. 49 (2H, m), 7. 55-7. 58 (1H, m), 7. 80 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 93 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 71 (1H, s).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシ-N-(3-カルバモイルフェニル)ベンズ アミド(化合物番号422)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ-N-(3-カルバモイルフェニル) ベンズアミドを用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 76.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 (1H, brs), 7. 45 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 62-7. 65 (1H, m), 7. 86-7. 89 (1H, m), 7. 98-7. 99 (2H, m), 8. 15 (1H, t, J=1.8Hz), 10. 51 (1H, s), 11. 85 (1H, s).

例423:化合物番号423の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-N-メチルベンズアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 79 (3H, d, J=4.5Hz), 7.

03 (1H, d, J=9.0Hz), 7.43-7.51 (2H, m), 7.59 (1H, dt, J=8.1, 1.5Hz), 7.87 (1H, ddd, J=8.1, 2.1, 0.9Hz), 7.99 (1H, d, J=2.4Hz), 8.15 (1H, t, J=1.8Hz), 8.46 (1H, d, J=4.2Hz), 10.52 (1H, s), 11.84 (1H, s).

例424:化合物番号424の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジイソプロピルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 14 (12H, s), 2. 96-3. 1 3 (2H, m), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 23 (1H, d, J=7. 5Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 4, 6. 6Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 09 (1H, s), 12. 40 (1H, s).

例425:化合物番号425の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 58 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 9 8 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 35 (1H, s), 11. 94 (1H, s).

例426:化合物番号426の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 19 (6H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 15-7. 16 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 07 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 03 (1H, s), 10. 10 (1H, s), 12. 29 (1H, s).

例427:化合物番号427の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3, 4 ージメチルアニリンを用いて例 1 6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 20 (3H, s), 2. 23 (3H, s),
7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz),
7. 40-7. 47 (2H, m), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 9
7 (1H, brs).

例428:化合物番号428の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4,6-トリメチルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 14 (6H, s), 2. 26 (3H, s), 6. 95 (2H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 03 (1H, s), 12. 37 (1H, s).

例429:化合物番号429の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 0 9 (1H, d, J=7. 5Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 51 (1 H, d, J=2.4Hz), 7. 64 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 11. 66 (1H, s).

例430:化合物番号430の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 93.3%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 4. 08 (2H, s), 6. 56 (1H, d, J = 2. 5Hz), 6. 92 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 20-7. 46 (9 H, m), 7. 53 (1H, brs), 7. 85 (1H, d, J=8. 0Hz), 1 2. 01 (1H, brs).

例431:化合物番号431の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:20.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 39 (2H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 2.7 Hz), 7. 83 (2H, d, J=9.3Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.7Hz), 10.54 (1H, s), 11.78 (1H, s).

例432:化合物番号432の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 75 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 44 (1H, d, J=8. 7Hz), 10. 93 (1H, s), 12. 31 (1H, s).

例433:化合物番号433の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(tert-ブチル)アニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:69.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 29 (9H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 39 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 9 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 37 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例434:化合物番号434の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 3-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 14 (3H, s), 2. 29 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 06-7. 15 (2H, m), 7. 46-7. 51 (2H, m), 8. 05 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 3 2 (1H, s), 12. 28 (1H, s).

例435:化合物番号435の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノインダンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 98-2. 08 (2H, m), 2. 81 -2. 89 (4H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 21 (1 H, d, J=8. 0, Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 0, 1. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 60 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 8, Hz), 10. 34 (1H, s), 12. 00 (1 H, brs).

例436:化合物番号436の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 37.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 2. 28 (3H, s), 7. 03 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 10 (1H, s), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 63 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 03 (1H, d, J=\frac{1}{2}. 4Hz), 10. 24 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例437:化合物番号437の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-イソプロピルオキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 36 (6H, d, J=6. 0Hz), 4. 5 2-4. 64 (1H, m), 6. 75 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 9Hz), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 03 (1H, ddd, J=8. 1, 2. 1, 0. 9Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 39 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 81 (1H, s).

例438:化合物番号438の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 7. 8Hz), 7. 54 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 62 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 52 (1H, s), 12. 01 (1H, s).

例439:化合物番号439の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピルオキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 26 (6H, d, J=6.3Hz), 4. 52-4.64 (1H, m), 6. 93 (2H, dt, J=9.0, 2.1Hz), 7. 46 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 58 (2H, dt, J=9.0, 2.1Hz), 7. 99 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 83 (IH, brs).

例440:化合物番号440の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-プロモー2-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 4 2-7. 52 (4H, m), 8. 23 (1H, s), 8. 31 (1H, d, J=9. 3Hz), 11. 35 (1H, s).

例441:化合物番号441の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 89 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 2 7-1. 36 (6H, m), 1. 56-1. 64 (2H, m), 2. 61 (2H, t, J=7. 8Hz), 6. 99 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 39 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 44-7. 49 (3H, m), 7. 80 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例442:化合物番号442の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:88.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 03 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 25-7. 40 (4H, m), 7. 48 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 83 (1H, brs), 1 1. 92 (1H, brs).

例443:化合物番号443の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-シクロヘキシルアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 15-1. 47 (5H, m), 1. 56-1. 87 (5H, m), 2. 40-2. 53 (2H, m), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 21 (2H, d, J=8.5Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.8, 2.7Hz), 7. 60 (2H, d, J=8.5H), 8. 00 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 98 (1H, brs).

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 93 (2H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 16-7. 32 (7H, m), 7. 57 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 61 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 37 (1H, s).

例445:化合物番号445の化合物の製造

例444:化合物番号444の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5-ジメトキシベン ゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.8%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3.81 (3H, s), 3.86 (3H, s),

7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 (1H, s), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2. 7Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 93 (1H, s), 12. 31 (1H, s).

例446:化合物番号446の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び6-アミノ-1, 4-ベンゾジオキサンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 25 (4H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 12 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 33 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 4 6 (1H, dd, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 5Hz), 10. 27 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例447:化合物番号447の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジクロロ-5-(イソプロピルオキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 35 (6H, d, J=6.0Hz), 4. 58-4.66 (1H, m), 7.07 (1H, d, J=9.0Hz), 7.51 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7.68 (1H, s), 7.98 (1H, d, J=3.0Hz), 8.35 (1H, s), 10.94 (1H, s), 12. 34 (1H, s).

例448:化合物番号448の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-2-クロロベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 78 (1H, d, J=2.7

WO 03/103665 PCT/JP03/07120

Hz), 7. 82 (1H, dd, J=9. 0, 2. 1Hz), 7. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 19 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 79 (1H, s), 11. 38 (1H, s).

例449:化合物番号449の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:50.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 1. 5Hz), 7. 76 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 61 (1H, s), 11. 51 (1H, s).

例450:化合物番号450の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-3-メチルベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 77 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 40 (1H, d, J=8. 4Hz), 10. 76 (1H, s), 12. 31 (1H, brs).

例451:化合物番号451の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 40-7. 48 (2H, m), 7. 52 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 40 (1H, dd, J=7. 2, 2. 4Hz), 11. 00 (1H, s), 12. 32 (1H, s).

例452:化合物番号452の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, td, J=8. 1, 1. 8Hz), 7. 40 (1H, td, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 57 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 10. 89 (1H, s), 1 2. 27 (1H, s).

例453:化合物番号453の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ーイソプロピルー3 ーメチルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6. 9Hz), 2. 3 6 (3H, s), 3. 12 (1H, m), 6. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 15-7. 40 (5H, m), 7. 48 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 83 (1H, brs).

例454:化合物番号454の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ー [(1,1 ージメチル) プロピル] フェノールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:24.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 06 (1H, s), 7. 15 (1H, dd, =8. 4, 2. 4Hz), 7. 35 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 42 (IH, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 56 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 26 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例455:化合物番号455の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーメチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 28 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 13 (1H, td, J=7. 5, 1. 5Hz), 7. 22 -7. 30 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 83 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 03 (1H, d, J=3. 0Hz), 1 0. 32 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例456:化合物番号456の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 90 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 24-1. 36 (2H, m), 1. 50-1. 60 (2H, m), 2. 56 (2H, t, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 19 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 59 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 94 (1H, s).

例457:化合物番号457の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー6-クロロベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.09 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

52 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0 Hz), 7. 76 (1H, t, J=8. 7Hz), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 34 (1H, d, J=8. 4Hz), 11. 17 (1H, s), 12. 39 (1H, s).

例458:化合物番号458の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ーメチルベンゾニトリルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:9.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 48 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=8. 0, 0. 9Hz), 7. 44 (1H, d, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 56 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 62 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 22 (1H, s), 8. 54 (1H, brs), 11. 25 (1H, brs).

例459:化合物番号459の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ーベンジルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:26.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 11 (2H, s), 6. 99-7. 05 (3H, m), 7. 33-7. 49 (6H, m), 7. 60 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 33 (1H, s), 12. 02 (1H, s).

例460:化合物番号460の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4ーアミノー2, 2 ージフルオロベン ゾ[1, 3]ジオキソールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得 た。

収率:66.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.05 (1H, d, J=8.8Hz), 7.

31-7. 32 (2H, m), 7. 51 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 70 (1H, dd, J=5. 6, 3. 8Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 8Hz), 10. 59 (1H, s), 12. 05 (1H, brs).

例461:化合物番号461の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノ-2、2, 3, 3-テトラフルオロ-2、3-ジヒドロベンゾ [1, 4]ジオキシンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6.99-7.03 (2H, m), 7.21-7. 27 (2H, m), 7.45 (1H, dd, J=8.9, 2.5Hz), 7.52 (1H, d, J=2.5Hz), 8.13 (1H, s), 11.44 (1H, s). 例462:化合物番号462の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロ-4-(トリフルオロメチル)スルファニルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8.8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2.2Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 43 (1H, s).

例463:化合物番号463の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 85-7. 89 (1H, m),

7. 93 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 9Hz), 8. 67 (1H, d, J=9. 5Hz), 11. 92 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例464:化合物番号464の化合物の製造

収率:75.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 43 (2H, m), 7. 48 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7. 90 (1H, d, J=2.5Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例465:化合物番号465の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 99 (2H, s), 6. 97 (1H, d, J = 9. 1Hz), 7. 06 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 18-7. 48 (8 H, m), 7. 37 (1H, dd, J=9. 1, 2. 5Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 80 (1H, brs), 11. 88 (1H, s).

例466:化合物番号466の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロー4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 25 (1H, dd, J=1. 8, 8. 8Hz), 7. 33 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 49 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz),

7.97-8.00(2H, m), 10.37(1H, s), 12.15(1H, s). 例467:化合物番号467の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3,5-トリフルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 28-7. 37 (1H, m), 7. 51 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 98-8. 04 (1H, m), 10. 93 (1H, s), 12. 27 (1H, br. s)

例468:化合物番号468の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4'-アミノベンゾー15-クラウン-5を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 74-3. 77 (8H, m), 3. 90-3. 92 (4H, m), 4. 10-4. 15 (4H, m), 6. 83 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 96-6. 99 (2H, m), 7. 24 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 36 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 53 (1H, s), 8. 06 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例469:化合物番号469の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモ-2-フルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7.53 (2H, m), 7.64-7.71 (1H, m), 7.94 (1H, d, J=1.5Hz), 8.20 (1H, dd, J=8.4, 8.8Hz), 10. 70 (1H, s), 12.16 (1H, s).

例470:化合物番号470の化合物の製造

PCT/JP03/07120 ---

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ビス(メタンスルホニル)ア ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:7.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 13 (3H, s), 3. 21 (3H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=2. 2, 8. 9Hz), 7. 62 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 24 (1H, dd, J=2. 4, 9. 0Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 91 (1H, d, J=8. 9Hz), 10. 96 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例471:化合物番号471の化合物の製造

5 - クロロサリチル酸 (87 mg, 0.5 mmol)、2, 2 - ビス (3 - アミノ - 4 - メチルフェニル) - 1, 1, 1, 3, 3, 3 - ヘキサフルオロプロパン (3 6 3 mg, 1 mmol)、三塩化リン (4 4 μ L, 0.5 mmol)、トルエン (4 mL) の混合物を4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (n - ヘキサン: 酢酸エチル=5:1) で精製して、標題化合物の白色 (16 mg, 4.9%) を得た。(後述する例529、化合物番号529の化合物を副生成物として得た。)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 34 (6H, s), 7. 04 (4H, d, J=8. 8Hz), 7. 39 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, d d, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 96 (2H, d, J=2. 9Hz), 8. 1 9 (2H, s), 10. 44 (2H, s), 12. 17 (2H, s).

例472:化合物番号472の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び6-アミノー2, 2, 3, 3-テトラフルオロー2, 3-ジヒドロベンゾ [1, 4] ジオキシンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 50 (1H, d, J=9.0)

 H_z), 7. 59 (1H, dd, J=8. 8, 2. $2H_z$), 7. 86 (1H, d, J=2. $7H_z$), 7. 92 (1H, d, J=2. $2H_z$), 10. 59 (1H, s), 11. 55 (1H, s).

例473:化合物番号473の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ークロロベンゾフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:27.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 49-7. 56 (3H, m), 7. 64-7. 75 (5H, m), 8. 21 (1H, d, J=9. 3Hz), 11. 21 (1H, s), 11. 83 (1H, s).

例474:化合物番号474の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモー4-フルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 31-7. 38 (1H, m), 7. 51 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=8.1, 3.0Hz), 8. 00 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 23 (1H, dd, J=9.3, 5.4Hz), 10. 70 (1H, s), 12. 24 (1H, s).

例475:化合物番号475の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ヘキシルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0.88 (3H, t, J=6.6Hz), 1. 28-1.46 (6H, m), 2.49-2.52 (2H, m), 3.95 (2H, t, J=6.6Hz), 6.91-6.96 (2H, m), 7.00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8.8, 2. 9Hz), 7. 55 -7. 61 (2H, m), 8. 00 (1H, d, J=2.9Hz), 10. 31 (1 H, s), 12. 03 (1H, s).

例476:化合物番号476の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 2-ビス(3-アミノフェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.5%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 6. 99 (2H, d, J=8.8Hz), 7. 11 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 45 (2H, dd, J=8.8, 2.6 Hz), 7. 50 (2H, t, J=8.4Hz), 7. 86 (2H, d, J=2, 6Hz), 7. 88-7. 91 (4H, m), 10. 53 (2H, s), 11. 56 (2H, s).

例477:化合物番号477の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4,5-トリクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 4 6 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 49 (1H, s), 7. 57 (1H, s), 8. 41 (1H, br. s), 8. 63 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例478:化合物番号478の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-イソプロピルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (6H, d, 6. 9Hz), 2. 7 6-2. 94 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 04 (1 H, d, J=7. 9Hz), 7. 29 (1H, t, J=7. 9Hz), 7. 47 (1

H, dd, J=8.6, 2.6 Hz), 7.54 (1H, d, J=7.9 Hz), 7.57 (1H, s), 7.98 (1H, d, J=2.6 Hz), 10.37 (1H, s), 11.90 (1H, brs).

例479:化合物番号479の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノベンゾニトリルを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2.6 Hz), 7. 84 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 92 (2H, d, J=8. 9Hz), 10. 71 (1H, s), 11. 59 (1H, brs).

例480:化合物番号480の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノベンゾニトリルを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 97. 1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.03 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7.56-7.63 (2H, m), 7.88 (1H, d, J=2.7Hz), 7.95-8.02 (1H, m), 8.20-8.21 (1H, m), 10.62 (1H, s), 11.57 (1H, s). 例 481: 化合物番号 481の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 75 (3H, s), 3. 76 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 38 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 00 (1H,

d, J = 2.4 Hz), 10. 30 (1H, s), 12. 01 (1H, s).

例482:化合物番号482の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノフェニル酢酸 エチルエス テルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 19 (3H, t, J=7.5Hz), 3. 64 (2H, s), 4. 08 (2H, q, J=7.2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 26 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8.7, 3.0Hz), 7. 64 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 9 6 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 40 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例483:化合物番号483の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-[(トリフルオロメチル) スルファニル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.1%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 2 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 47-7. 53 (2H, m), 7. 51 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 76 (1H, dt, J=7. 6Hz, 2. 0Hz), 7. 88 (1H, brs), 7. 92 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例484:化合物番号484の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-[(トリフルオロメチル) スルファニル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 50 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 70 (4H, s), 7. 90 (1H, brs), 11. 60 (1H, s). 例485:化合物番号485の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメタンスルホニル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 12 (2H, d, J=9.4Hz), 8. 17 (2H, d, J=9.4Hz), 8. 16 (1H, s), 10.95 (1H, s), 11.37 (1H, brs).

例486:化合物番号486の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 85-7. 93 (2H, m), 10. 51, (1H, s), 11. 60 (1H, s).

例487:化合物番号487の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-エチニルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:35.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 22 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 25 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 39 (1H, t, J=7. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 70 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 91 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 46 (1H, s), 11. 69 (1H, brs).

例488:化合物番号488の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4- (sec-ブチル) アニリンを用

いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 77 (3H, t, 7. 4Hz), 1. 1 9 (3H, d, 6. 9Hz), 1. 50-1. 61 (2H, m), 2. 52-2. 62 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 20 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 60 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 94 (1H, brs).

例489:化合物番号489の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロ-4-メトキシアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 98 (2H, t, J=9. 2Hz), 7. 3 8-7. 44 (2H, m), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 66 (1 H, d, J=2. 6Hz), 7. 73 (1H, br. s), 11. 81 (1H, s).

例490:化合物番号490の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノベンゾフェノンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.1, 2.6Hz), 7.52-7.62 (4H, m), 7.68-7.79 (3H, m), 7.93 (1H, d, J=2.6Hz), 8.02 (1H, d, J=7.9Hz), 8.16 (1H, s), 10.60 (1H, s), 11.68 (1H, brs).

例491:化合物番号491の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:23.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 69-6. 75 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 39 (1H, s), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 8 1 (1H, brs).

例492:化合物番号492の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4'ーアミノアセトアニリドを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 50 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 57 (2H, d, J=9. 1Hz), 7. 61 (2H, d, J=9. 1Hz), 7. 9 8 (1H, d, J=2. 6Hz), 9. 95 (1H, s), 10. 38 (1H, s), 11. 99 (1H, brs).

例493:化合物番号493の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及びスルファニルアミドを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:25.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 47 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 81 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 89 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 89 (1H, d, J=2. 3Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 55 (1H, brs).

例494:化合物番号494の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-アミノフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-プロパノールを用いて例16と同様の操

作を行い、標題化合物を得た。(後述する例498、化合物番号498の化合物と の混合物を分離して得た。)

収率:11.7%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 68 (2H, d, J=8.7 Hz), 7. 85 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 69 (1H, s), 10. 62 (1H, s).

例495:化合物番号495の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-4-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 04 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 7 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 54 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 25 (1H, dd, J=2. 6, 8. 9Hz), 8. 39 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 73 (1H, d, J=9. 2Hz), 8. 76 (1H, br. s), 11. 22 (1H, s).

例496:化合物番号496の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 4-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.05 (1H, dd, J=1.7, 8.9 Hz), 7.15 (1H, dt, J=1.7, 9.2Hz), 7.41 (1H, dd, J=2.3, 8.9, 9.2Hz), 7.51 (1H, dt, J=2.3, 8.9Hz), 7.98 (1H, d, J=2.3Hz), 8.11 (1H, dd, J=8.9, 15.1Hz), 10.59 (1H, s), 12.13 (1H, s). 例497: 化合物番号497の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(ジフルオロメトキシ)アニリン

を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 19 (1H, t, J=74.2Hz), 7. 20 (2H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 74 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 47 (1H, s), 11. 80 (1H, brs).

例498:化合物番号498の化合物の製造

前述した例494において、化合物番号494の化合物との混合物を分離して 得た。

収率:11.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8.6, 2.3Hz), 7. 83 (2H, d, J=8.1 Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.3Hz), 7. 95 (2H, d, J=8.1 1Hz), 10. 71 (1H, s).

例499:化合物番号499の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(メチルスルファニル) アニリン を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 49 (3H, s), 7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, t, J=7. 9Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 44-7. 49 (1H, m), 7. 68 (1H, d, J=1. 7Hz), 7. 93 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 47 (1H, s).

例500:化合物番号500の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メタンスルホニルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 20 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 3, 2. 6Hz), 7. 87 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 92 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 98 (2H, d, J=8. 9Hz), 10. 75 (1H, s), 11. 45 (1H, brs).

例501:化合物番号501の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-メチルベンゾフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.7%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 50 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 3Hz), 6. 99 (1H, d, J=7. 3Hz), 7. 39 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48-7. 64 (4H, m), 7. 72 (2H, d, J=7. 6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 57 (1H, s), 12. 18 (1H, s), 12. 34 (1H, br. s).

例502:化合物番号502の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-N-ブチルベンゼンスル ホンアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 80 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 17-1. 41 (4H, m), 2. 73-2. 80 (2H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 9, 2. 0Hz), 7. 53-7. 64 (2H, m), 7. 87-7. 92 (1H, m), 7. 92 (1H, d, J=2. 0Hz), 8. 27 (1H, s), 10. 62 (1H, s), 11. 6 3 (1H, s).

例503:化合物番号503の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(ベンジルオキシ)アニリンを用

いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 11 (2H, s), 6. 79-6. 83 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27-7. 49 (9 H, m), 7. 93 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 40 (1H, s), 11. 79 (1H, brs).

例504:化合物番号504の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及びN-(4-アミノフェニル)-4-メ チルベンゼンスルホンアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を 得た。

収率:40.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 07 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 34 (2H, d, J=8. 3Hz), 7. 45 (1H, dd, J=8. 6, 2. 1Hz), 7. 53 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 63 (2H, d, J=8. 3Hz), 7. 9 0 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 14 (1H, s), 10. 33 (1H, s), 11. 81 (1H, brs).

例505:化合物番号505の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(モルホリノ)アニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 09 (4H, t, J=4.6Hz), 3. 74 (4H, t, J=4.6Hz), 6. 94-7. 01 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=8.9, 2.6Hz), 7. 55 (2H, d, J=8.9Hz), 8. 01 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 29 (1H, s), 12. 10 (1H, brs).

例506:化合物番号506の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(tert-ブチル)アニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 32-7. 35 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 46-7. 50 (2H, m), 7. 51 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 81 (1H, brs), 11. 94 (1H, s).

例507:化合物番号507の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(5-メチルフラン-2-イル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 6. 22-6. 23 (1H, m), 6. 81 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 36-7. 51 (3H, m), 7. 58-7. 61 (1H, m), 7. 99-8. 01 (2H, m), 10. 49 (1H, s), 11. 85 (1H, brs).

例508:化合物番号508の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(1-ヒドロキシエチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.6%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 80 (3H, d, J=6.6Hz), 5. 33 (1H, q, J=6.6Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 25 (1H, d, J=7.9Hz), 7. 38 (1H, t, J=7.9Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.9, 2. 3Hz), 7. 65 (1H, d, J=7.9Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, d, J=2.3Hz), 10. 48 (1H, s), 11. 80 (1H, brs).

例509:化合物番号509の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノベンゼンスルホンアミドを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 41 (2H, s), 7. 48 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 54 -7. 62 (2H, m), 7. 84-7. 88 (1H, m), 7. 93 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 30 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 68 (1 H, brs).

例510:化合物番号510の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(トリフルオロメタンスルホニル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 82-7. 88 (3H, m), 8. 23-8. 26 (1H, m), 8. 67 (1H, s), 10. 88 (1H, s), 11. 45 (1H, brs).

例511:化合物番号511の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 2 6-7. 31 (1H, m), 7. 44 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (2H, d, J=2. 6Hz), 8. 41 (1H, brs,), 8. 42 (1 H, d, J=8. 9Hz), 11. 57 (1H, s).

例512:化合物番号512の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-(ジヘキシルオキシ)アニリ

ンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 91 (6H, t, J=6. 3Hz), 1. 3 4-1. 61 (12H, m), 1. 76-1. 89 (4H, m), 3. 97-4. 04 (4H, m), 6. 88 (1H, d, J=8. 9Hz), 6. 97-7. 00 (2H, m), 7. 22 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 73 (1H, s), 11. 97 (1H, s).

例513:化合物番号513の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61-7. 70 (2H, m), 7. 86 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例514:化合物番号514の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ヘキシルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 89 (3H, t, J=7.0Hz), 1. 28-1. 47 (6H, m), 1. 67-1. 76 (2H, m), 3. 95 (2H, t, J=6.6Hz), 6. 69-6. 73 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 21-7. 28 (2H, m), 7. 39-7. 40 (1H, m), 7. 67 (1H, dd, J=8.8, 2.6Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 34 (1H, s), 11. 80 (1H, s).

例515:化合物番号515の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-エトキシ-4-フルオロ-2-ニートロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:20.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 43 (3H, t, J=7.0Hz), 4. 27 (2H, q, J=7.0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.8, 2.9Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.9 Hz), 8. 15 (1H, d, J=11.4Hz), 8. 57 (1H, d, J=8. 4Hz), 12. 16 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例516:化合物番号516の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ヒドロキシ-3-メチル-1-ナ フチルアミンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:5.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 38 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 43 (2H, s), 7. 46 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 50-7. 54 (2H, m), 7. 67 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 78 (1H, dd, J=6. 0, 2. 7Hz), 8. 03 (1H, brs), 8. 18 (1H, dd, J=6. 0, 3. 6Hz), 11. 98 (1H, brs).

例517:化合物番号517の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例518:化合物番号518の化合物の製造・

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例519:化合物番号519の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例520:化合物番号520の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例521:化合物番号521の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例522:化合物番号522の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例523:化合物番号523の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例524:化合物番号524の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノビフェニルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 0 3 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 3 3-7. 3 8 (1H, m), 7. 4 4-7. 5 1 (3H, m), 7. 6 7-7. 7 2 (4H, m), 7. 8 2 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 9 8 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 4 9 (1H, s), 11. 8 4 (1H, s).

例525:化合物番号525の化合物の製造

5 ースルフォサリチル酸 (218 mg, 1 mm o 1)、3, 5 ービス (トリフルオロメチル) アニリン (229 mg, 1 mm o 1)、三塩化リン (88 μ L, 1 mm o 1)、オルトーキシレン (5 m L) の混合物を 3 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (n ーヘキサン: 酢酸エチル=3:1) で精製して、標題化合物の白色固体 (29 mg, 9.2%) を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 15 (1H, d, J=8.8Hz), 7.

65 (2H, s), 7. 73 (1H, s), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8. 7, 2. 5Hz), 8. 23 (1H, d, J=2. 5Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 15 (1H, brs).

例526:化合物番号526の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 4-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 03 (1H, dd, J=8.7, 0.6H z), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 42 (1H, s), 8. 49 (1H, d, J=8.7 Hz), 11. 26 (1H, s).

例527:化合物番号527の化合物の製造

原料として、3-フェニルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 37 (1H, tt, J=7. 5, 1. 5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 56-7. 60 (3H, m), 7. 91 (1H, s), 8. 07, (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 8. 48 (2H, s), 11. 00 (1H, s), 12. 16 (1H, s).

例528:化合物番号528の化合物の製造

原料として、4-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 81-6. 90 (2H, m), 7. 84 (1H, s,), 7. 93-7. 98 (1H, m,), 8. 45 (2H, s,), 10. 78 (1H, s), 11. 81 (1H, s,).

例529:化合物番号529の化合物の製造

前述した例471において、化合物番号471の化合物との混合物を分離して得た。

収率:9.4%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 2. 16 (3H, s), 2. 34 (3H, s), 6. 69 (1H, d, J=8. 2Hz), 6. 76 (1H, brs) 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 15 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 98 (1H, s).

例530:化合物番号530の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-3-(トリフルオロメトキシ)ベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:75.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8.8, 2.6Hz), 7. 94 (1H, dd, J=8.4, 1.6Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 15 (1H, t, J=1.5Hz), 8. 75 (1H, d, J=8.8Hz), 11. 25 (1H, s), 12. 45 (1H, s).

例531:化合物番号531の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-[2-アミノ-4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]ベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.6%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 6. 88 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 1 9 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8.

9, 1. 9 Hz), 7. 76 (2 H, d, J = 8. 9 Hz), 7. 98 (1 H, d, J = 2. 7 Hz), 8. 96 (1 H, s).

例532:化合物番号532の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-(4-メトキシフェノキシ)ベンゾトリフルオライドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 85 (3H, s) 6. 81 (1H, d, J = 8. 5Hz), 6. 97-7. 02 (3H, m), 7. 08 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 30 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 1. 9Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 70 (1H, s), 8. 78 (1H, d, J=1. 6Hz), 11. 76 (1H, s).

例533:化合物番号533の化合物の製造

原料として、サリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:47.8%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 7. 00-7. 06 (2H, m), 7. 48 (1 H, dt, J=1. 5, 7. 5Hz), 7. 74 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 01-8. 08 (2H, m), 8. 79 (1H, s), 11. 09 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例534:化合物番号534の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2, 4-ジクロロフェニル) チアゾール 原料として、2', 4'-ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 395(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 97.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 01 (2H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 28 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 45 (1H, d, J=2.

1 Hz), 7. 82 (1H, d, J = 8.4 Hz).

(2) 5ークロロー 2ーヒドロキシーNー [4-(2, 4-ジクロロフェニル)チアゾールー 2ーイル] ベンズアミド(化合物番号 5 3 4)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(2,4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:8.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 72-7. 76 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 09 (1H, brs).

例535:化合物番号535の化合物の製造

原料として、3-イソプロピルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:99.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 4 4 (1H, Hept, J=6.9Hz), 6. 92 (1H, t, J=7.8Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8.1, 1.2Hz), 7. 44 (1H, d, J=7.5Hz), 7. 69 (1H, s), 8. 13 (3H, s), 11. 88 (1H, s). 例536: 化合物番号536の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー3ーイソプロピルベンズアミド(化合物番号535;100mg,0.26mmol)の四塩化炭素(5mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、臭素(14.4 μ L,0.28mmol)及び鉄粉(1.7mg,0.03mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色固体(110mg,91.5%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 25 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 3 9 (1H, Hept, J=6. 9Hz), 7. 49-7. 51 (2H, m), 7. 71 (1H, brs), 8. 11-8. 14 (3H, m), 11. 81 (1H, brs).

例537:化合物番号537の化合物の製造

例538:化合物番号538の化合物の製造

4, 4, 4-トリフルオロー1-フェニルー1, 3-ブタンジオン(432. 3 mg, 2mmol)、3-ニトロフェニルヒドラジン塩酸塩(379. 2 mg, 2 mmol)、濃塩酸(0. 2mL)、エタノール(8mL)の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $4:1\rightarrow 3:1$)で精製して、標題化合物の薄黄白色粉末(631. 5 mg, 94. 7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 6. 80 (1H, s), 7. 23-7. 26 (2 H, m), 7. 35-7. 45 (3H, m), 7. 54 (1H, t, J=8. 4H z), 7. 63 (1H, ddd, J=8. 1, 1. 8, 1. 2Hz), 8. 19-8. 25 (2H, m).

(2) 1-(3-アミノフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

1-(3-ニトロフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラ ゾール(0.59g, 1.77mmol)、5%パラジウム炭素(0.06g)に 酢酸(3mL)、エタノール(2mL)を加え、水素雰囲気下,室温で2時間水素 添加した。不容物を濾別後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題 化合物の白色固体(491.1mg, 91.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 78 (2H, s), 6. 54 (1H, ddd, J=7. 8, 1. 8, 0. 6Hz), 6. 65 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 9Hz), 6. 73-6. 75 (2H, m), 7. 07 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 24-7. 36 (5H, m).

(3) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-{3-[5-フェニルー3-(トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} ベンズアミド(化合物番号538)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び<math>1-(3-アミノフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 77 (1H, s), 6. 97-7. 03 (2 H, m), 7. 27-7. 45 (8H, m), 7. 65 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 9Hz), 7. 74 (1H, t, J=2. 1Hz), 7. 93 (1 H, s), 11. 63 (1H, s).

例539:化合物番号539の化合物の製造

(1) 5- (tert-ブチル) -1- (4-ニトロフェニル) -3- (トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、1, 1, 1-トリフルオロ-5, 5-ジメチル-2, 4-ヘキサンジオン、及び4-ニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例538(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (9H, s), 6. 51 (1H, s), 7. 62 (2H, d, J=9. 0Hz), 8. 37 (2H, d, J=9. 0Hz).

(2) 1- (4-アミノフェニル) -5- (tert-ブチル) -3- (トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、5-(tert-ブチル)-1-(4-ニトロフェニル)-3-(トリフルオロメチル) ピラゾールを用いて例<math>538(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:98.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 20 (9H, s), 4. 00 (2H, br), 6. 40 (1H, s), 6. 69 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 14 (2H, d, J=9. 0Hz).

(3) N- $\{4-[5-(tert-ブチル)-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル] フェニル<math>\}-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号539)$

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(5-アミノフェニル)-5-(te r t-ブチル)-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (9H, s), 6. 47 (1H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 40-7. 44 (3H, m), 7. 57 (1H, d, J=2.4Hz), 7.72 (2H, d, J=8.7Hz), 8.15 (1H, s), 11.58 (1H, s).

例540:化合物番号540の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-3-フェニルベンズアミド(化合物番号527)を用いて例537と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 50 (3H, m), 7. 55 -7. 59 (2H, m), 7. 71 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 93 (1H, brs), 8. 28 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 45 (2H, s), 1. 06 (1H, brs), 12. 16 (1H, brs).

例541:化合物番号541の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(3, 4-ジクロロフェニル)チアゾール原料として、3', 4'-ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 17 (2H, s), 7. 24 (1H, s), 7. 62 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN- [4-(3, 4-ジクロロフェニル) チアゾール-2-イル] ベンズアミド (化合物番号541)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-(3, 4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:15.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 71 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 91 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 94 (1H, s), 8. 18

(1 H, d, J=1.5 Hz), 12.09 (2 H, bs).

例542:化合物番号542の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール 原料として、4'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 18 (2H, s), 7. 26 (1H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 4Hz), 8. 00 (2H, d, J=8. 1Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-{4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾールー2ーイル} ベンズアミド(化合物番号542)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 81 (2H, d, J=8.4 Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 98 (1H, s), 8. 16 (2H, d, J=8.1Hz), 11. 91 (1H, bs), 12. 13 (1H, bs).

例543:化合物番号543の化合物の製造

(1) $2-re++v-N-\{4-[3,5-r/z,(+)]$ プロルオロメチル) ピラ $\sqrt[3]{-}$ $\sqrt[3]{-}$

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び1-(4-アミノフェニル)-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 7. 78 (1H, s),

7. 14 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 51 (3H, m), 7. 77 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 83 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 25 (1H, s).

[1-(4-アミノフェニル) -3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾール:「ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー (Journal of Medicinal Chemistry)」, 2000年, 第43巻, 第16号, p. 2975-2981参照] (2) N- $\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル]$ フェニル $\}$ -5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号543) 原料として、2-アセトキシーN- $\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル]$ フェニル $\}$ -5-クロロベンズアミドを用いて例2(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.63 (2H, d, J=8.7 Hz), 7.84 (1H, s), 7.89 (1H, d, J=3.0Hz), 7.94 (2H, d, J=9.0Hz), 10.65 (1H, s), 11.58 (1H, s). 例544: 化合物番号 544 の化合物の製造

(1) 3, 5-ビス (トリフルオロメチル) -1- (3-ニトロフェニル) ピラ ゾール

原料として、ヘキサフルオロアセチルアセトン、及び3-ニトロフェニルヒドラ ジン塩酸塩を用いて例538(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 16 (1H, s), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 8. 1Hz), 7. 88-7. 91 (1H, m), 8. 42-8. 4 5 (2H, m).

(2) 1-(3-アミノフェニル)-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ピラ ゾール

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1-(3-ニトロフェニル) ピラゾールを用いて例538(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 89 (2H, s), 6. 77-6. 87 (3 H, m), 7. 04 (1H, s), 7. 26 (1H, t, J=8. 7Hz).

(3) $2-re++v-N-\{3-[3,5-r/2,(-1)]$ ピラ $\sqrt[3]{-N-1}$ $\sqrt[3]{-N-1}$ $\sqrt[3]{-N-1}$

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び<math>1-(3-アミノフェニル)-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 11 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 45-7. 52 (2H, m), 7. 67 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 95 (1H, s), 8. 29 (1H, s). (4) N-{3-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} -5-クロロー2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号5 44) 原料として、2ーアセトキシーN-{3-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} -5-クロロベンズアミドを用いて例2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:69.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 1-0 (1H, s), 7. 34-7. 37 (1H, m), 7. 42 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 50 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 56 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 69-7. 73 (1H, m), 7. 95-7. 98 (2H, m), 11. 57 (1H, s).

例545:化合物番号545の化合物の製造

(1) 2-メトキシー4-フェニル安息香酸メチル

4-クロロー2-メトキシ安息香酸メチル(904mg,4.5mmol)、フェニルボロン酸(500mg,4.1mmol)、炭酸セシウム(2.7g,8.2mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(15mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(29mg,0.04mmol)を加え、120 で8時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=10:1)で精製して、標題化合物の無色油状物(410mg,41.2%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 91 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 31-7. 50 (3H, m), 7. 59-7. 63 (2H, m), 7. 89 (1H, d, J=8. 1Hz).

(2) 2-メトキシー4-フェニル安息香酸

2-メトキシー4-フェニル安息香酸メチル(410mg, 1.69mmol)のメタノール(5mL)溶液に2規定水酸化ナトリウム水溶液(5mL)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣に2規定塩酸を加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の粗生成物(371mg, 96.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 93 (3H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 34 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 4 0-7. 53 (3H, m), 7. 73-7. 77 (3H, m), 12. 60 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシー 4-フェニルベンズアミド

原料として、2-メトキシー4-フェニル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフ

ルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:97.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 19 (3H, s), 7. 25 (1H, m), 7. 38-7. 53 (4H, m), 7. 62-7. 65 (3H, m), 8. 12 (2H, s), 8. 35 (1H, d, J=8. 1Hz), 10. 15 (1H, brs). (4) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー4-フェニルベンズアミド (化合物番号545)

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-メトキシー4-フェニルベンズアミド(100mg, 0.24mmol) のジクロロメタン(5mL)溶液に1M三臭化ホウ素ージクロロメタン溶液(0.71mL, 0.71mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-n+y):酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(69.3mg,71.6%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 20 (1H, dd, J=8. 4. 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 60-7. 64 (3H, m), 7. 70 (1H, brs), 8. 15 (2H, s), 8. 19 (1H, brs), 11. 59 (1H, s).

例546:化合物番号546の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(2, 5-ジフルオロフェニル) チアゾール 原料として、2', 5'-ジフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて 例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 45 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 11-7. 17 (1H, m), 7. 19 (2H, s), 7. 28-7. 36 (1H, m), 7. 65-7. 71 (1H, m).

(2) 5-クロロー 2-ヒドロキシーN- [4-(2, 5-ジフルオロフェニル) チアゾールー 2-イル] ベンズアミド (化合物番号 5 4 6)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(2,5-ジフルオロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:36.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 22-7. 30 (1H, m), 7. 37 (1H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 77-7. 84 (1H, m), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 89 (1H, bs), 12. 12 (1H, bs).

例547:化合物番号547の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー4-クロロ安息香酸

原料として、4-クロロサリチル酸、濃硫酸、及び無水酢酸を用いて例34(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 25 (3H, s), 7. 42 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 94 (1H, d, J=8.1Hz), 13. 31 (1H, s).

(2) 2-rセトキシーNー $\{4-[3,5-r]$ ス (トリフルオロメチル) ピラ ゾールー1-4ル] フェニル $\}$ -4-2ロロベンズアミド

原料として、2-アセトキシー4-クロロ安息香酸、及び<math>1-(4-アミノフェニル)-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例 <math>24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 37 (3H, s), 7. 08 (1H, s), 7. 23 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8.1, 2.1Hz), 7. 50 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 77 (2H, d, J=8.

7 Hz), 7. 82 (1H, d, J=8.1Hz), 8. 23 (1H, s).

(3) $N-\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾール-1-イル]$ フェニル $\}-4-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号547)$ 原料として、 $2-アセトキシ-N-\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾール-1-イル]フェニル<math>\}-4-クロロベンズアミドを用いて例2(2)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 61 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 89-7. 95 (3H, m), 10. 62 (1H, s), 11. 82 (1H, s).

例548:化合物番号548の化合物の製造

(1) 1- (4-ニトロフェニル) - 5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、4, 4, 4 ートリフルオロー1 ーフェニルー1, 3 ーブタンジオン、及び4 ーニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例5 3 8 (1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:95.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 80 (1H, s), 7. 22-7. 26 (2 H, m), 7. 37-7. 45 (3H, m), 7. 51 (2H, d, J=9. 3H z), 8. 22 (2H, d, J=9. 0Hz).

(2) 1- (4-アミノフェニル) - 5-フェニル-3- (トリフルオロメチル) ピラゾール

収率:73.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3.80 (2H, s), 6.62 (2H, d, J

=8. 7 Hz), 6. 72 (1 H, s), 7. 08 (2 H, d, J = 8. <math>7 Hz), 7. 22-7. 26 (2 H, m), 7. 30-7. 33 (3 H, m).

(3) 5ークロロー2ーヒドロキシーNー {4ー [5ーフェニルー3ー(トリフルオロメチル)ピラゾールー1ーイル]フェニル}ベンズアミド(化合物番号548)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(4-アミノフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 2 1 (1H, s), 7. 30-7. 42 (7H, m), 7. 47 (1H, dd, J= 8. 7, 2. 7Hz), 7. 79 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 89 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 61 (1H, s).

例549:化合物番号549の化合物の製造

(1) 2ーアミノー4ー(4ーメトキシフェニル)チアゾール

原料として、4'ーメトキシアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例395

(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 82 (1H, s), 6. 92 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (2H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 7Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-[4-(4-メトキシフェニル)チア ゾール-2-イル]ベンズアミド(化合物番号549)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(4-メトキシフェ ニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3. 80 (3H, s), 7. 01 (2H, d,

J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 86 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 90 (1H, bs), 12. 04 (1H, bs).

例550:化合物番号550の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[3-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾール 原料として、<math>3'-(トリフルオロメチル) アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例 395(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 19 (2H, s), 7. 27 (1H, s), 7. 61 (2H, dd, J=3. 9, 1. 5Hz), 8. 07-8. 13 (2H, m).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーNー {4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールー2-イル}ベンズアミド(化合物番号550)原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2.4 Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.2Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 24-8. 27 (2H, m), 12. 16 (2H, bs).

例551:化合物番号551の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル) チア ゾール

原料として、2', 3', 4', 5', 6'ーペンタフルオロアセトフェノン、 及びチオウレアを用いて例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:86.7%

 1 H-NMR(CDCl₃): δ 5. 19 (2H, s), 6. 83 (1H, s). (2) 5-クロロー2ーヒドロキシーNー [4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールー2ーイル] ベンズアミド(化合物番号551)原料として、5ークロロサリチル酸、及び2ーアミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 73 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 85 (1H, bs), 12. 15 (1H, bs).

例552:化合物番号552の化合物の製造

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 92-7. 98 (1H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 2 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 27-8. 32 (1H, m), 11. 31 (1H, s).

例553:化合物番号553の化合物の製造

原料として、2,3-ジヒドロキシベンズアルデヒド、及び3-[3,5-ビス

(トリフルオロメチル) ベンジル] チアゾリジン-2,4-ジオン(例319(1) の化合物) を用いて例319(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:88.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 02 (2H, s), 6. 88 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 00-7. 04 (2H, m), 7. 79 (1H, s), 8. 03 (2H, s), 8. 07 (1H, s), 9. 49 (1H, s), 9. 91 (1H, s).

例554:化合物番号554の化合物の製造

5-クロロサリチルアルデヒド (157 mg, 1mmol)、2-アミノー4-tert-アミルフェニル フェニル エーテル (255 mg, 1mmol)、エタノール (2mL) の混合物を室温で18時間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n- キサン:酢酸エチル=100:1)で精製して、標題化合物の白色固体 (57 mg, 14.4%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 66 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 2 6 (6H, s), 1. 61 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 88-6. 94 (3 H, m), 7. 04 (1H, dd, J=8.0, 1.6Hz), 7. 15-7. 3 2 (7H, m), 8. 61 (1H, s), 13. 20 (1H, s).

例555:化合物番号555の化合物の製造

 $4-\rho$ ロロー2ー($\{[2-フェノキシー5-(tert-アミル) フェニル]$ イミノ $\}$ メチル)フェノール(化合物番号554;13mg,0.03mmol)、水素化ホウ素ナトリウム(1.2mg,0.03mmol)、メタノール(1mL)の混合物を室温で5分間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣を薄層シリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の無色油状物(13mg,100%)を得た。

¹H-NMR (CDCI₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7.6Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7.6Hz), 4. 41 (2H, s), 6. 78 (1H, m), 6. 93-6. 83 (5H, m), 7. 03 (1H, m), 7. 15 (2H, m), 7. 28 (3H, m).

試験例1:SCF 及び IL-3 刺激下でのマスト細胞増殖抑制試験

NC/Nga マウスの骨髄由来培養マスト細胞(10^5 cells/ml)を rmIL-3(100U/ml)、SCF(100ng/ml)と被験薬剤存在または非存在下でウシ胎児血清を 10%含むフェノールレッド非含有の α -Modified Eagle's Medium 中で培養し、トリパンブルー染色を行い、生細胞数の計測した。結果を下記表に示す。

	培養時間	細胞数 (×10⁵/m1)			
化合物番号	濃度(μM)	0 hr	24hr	48hr	72hr
_	0	1.0	1.3	1.7	2.6
5 0	1	1.0	0. 86	0.84	1. 16
	- 5	1.0	0.7	0. 52	0. 22

試験例2:マスト細胞の脱顆粒抑制試験

抗 DNP IgE で4日間処理し、IgE レセプターを発現させたマウス骨髄由来の培養マスト細胞 (BMCMC) に抗 DNP IgE を加え3日間培養し、被験物質添加または未添加で1時間処理した。その後、培地をウシ胎児血清を10%含むフェノールレッド非含有の α -Modified Eagle's Medium に交換し、rmIL-3(100U/ml)、DNP-BSA (50ng/ml) と被験物質存在または非存在下で60分培養後、培養液中と細胞中の β -hexosaminidase の濃度を定量し、その量比より脱顆粒の進行を測定した。薬剤による脱顆粒の阻害率は、被験化合物なしの時の脱顆粒を100%、抗 DNP-IgE 単独で被験物質なしの時の脱顆粒を0%として算出した。結果を下記表に示す。

	薬物濃度 10μΜにおける	
化合物番号	脱顆粒阻害率(%)	
5 0	>99	
5 6	92	
6 3	62	

91
83
90
93
88
91
88
72

試験例3:脾臓B細胞のIgE産生抑制試験

マウス脾臓より分離したB細胞を200U/mlのrmIL-4と100ng/mlのsoluble mCD40 ligand および被験物質の存在または被存在下でウシ胎児血清を10%含むPRM I 1640 培地中で9日間培養し、培養液中のIgE 量をELISA 法にて測定した。結果を下記表に示す。

濃度 (μM)	IgE 量(ng/ml)		
化合物番号	0	0. 1	1. 0
	45. 6		
5 0	· <u></u>	24	ND

ND = not detect

試験例4:即時型アレルギー反応抑制試験 (Ear swelling test)

抗DNP-IgEを静脈内投与して感作したNC/Ngaマウスに、薬物投与群には被験化合物をコントロール群には被験薬物なしの希釈剤を腹腔内投与した。投与2時間後耳介にオリーブオイルに溶解したピクリルクロライドを塗布して即時型アレルギーを惹起し、耳介の腫脹を経時測定し、薬物投与群とコントロール群と比較した。化合物番号50(投与量:15mg/kg)についての結果を第1図に示す。

試験例 5:NC/Nga マウスを用いたアトピー性皮膚炎モデルによる皮膚炎抑制試験 すでに重度の皮膚炎を発症している conventional NC/Nga マウスに治療群として 1%披検物質含有軟膏を、コントロール群として軟膏基材を一日一回塗布し、経日的に臨床症状をスコア化して記録した。また、試験前と試験終了後の血液中の IgE 量を ELISA にて測定した。化合物番号 5 0 についての結果を第 2 図に示す。

試験例6:繊維肉腫細胞(HT-1080)のPDGF 刺激下での増殖抑制試験 HT-1080細胞を1%FBS およびNEAA 含有EMEM 培地にて被験物質の存在または非存 在下で2時間培養後、PDGFを添加し48時間培養し、細胞の増殖をMTTアッセイ にて測定した。結果を下記表に示す。

	増殖阻害	率 (%)
化合物番号		
	500nM	250nM
50	96.6	65.4
51	97.6	62.4
67	70.9	38.5
73	84.9	52.0
63	77.9	48.3
114	95.7	48.8
163	80.8	16.9
71	83.1	57.9
56	96.9	37.5
98	59.4	26.4
196	80.2	47.3
122,	51.1	32.9
195	81.7	44.7
199	24.2	26.2
201	. 76.2	60.3

532	91.8	42.2
552	19.4	24.0
101	80.0	53.2

産業上の利用可能性

本発明の医薬はアレルギー性疾患及び/又は子宮内膜症及び/又は子宮筋腫の予防 及び/又は治療のための医薬として有用である。

請求の範囲

1. 下記一般式(I):

(式中、

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を表し、

環 Z は、式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、 X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む、アレルギー性疾患及び/又は子宮内膜症及び/又は子宮筋腫の予防及び/又は治療のための医薬。

2. Xが、下記連結基群 α より選択される基(該基は置換基を有していてもよい)である請求の範囲第1項に記載の医薬。

[連結基群α] 下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する)

3. Xが、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する) で表される 基 (該基は置換基を有していてもよい) である請求の範囲第 2 項に記載の医薬。

- 4. Aが、水素原子である請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項に記載の医薬。
- 5. 環Zが、 C_6 ~ C_{10} のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは -般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)、又は5ないし13員の $^-$ テロアレーン(該 $^-$ テロアレーンは、式 $^-$ O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である請求の範囲第1項ないし第4項のいずれか

- 1項に記載の医薬。
- 6. 環Zが、下記環群β:

[環群β] ベンゼン環、ナフタレン環、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環

より選択される環(該環は、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である請求の範囲第5項に記載の医薬。

- 7. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に更に置換基を有していてもよいベンゼン環である請求の範囲第6項に記載の医薬。
- 8. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にハロゲン原子を更に有するベンゼン環である請求の範囲第7項に記載の医薬。
- 9. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に置換基を更に有していてもよいナフタレン環である請求の範囲第6項に記載の医薬。
- 10. Eが、置換基を有していてもよい $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基、又は置換基を有していてもよい 5 ないし 1 3 員の $^{\sim}$ アリール基である請求の範囲第 1 項ないし第 9 項のいずれか 1 項に記載の医薬。
- 11. Eが、置換基を有していてもよいフェニル基である請求の範囲第10項 に記載の医薬。
- 12. Eが、3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である請求の範囲第11項に記載の医薬。

WO 03/103665 PCT/JP03/07120

13. Eが、置換基を有していてもよい5員のヘテロアリール基である請求の 範囲第10項に記載の医薬。

14. Ig E産生抑制作用、活性化マスト細胞からの脱顆粒抑制作用、及び/ 又はマスト細胞の増殖抑制作用を有する請求の範囲第1項ないし第13項のいず れか1項に記載の医薬。

15. 下記一般式 (I-1):

$$z^1$$
 E^1
 $(I-1)$

(式中、 Z¹は、5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル基、 又は5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基を表し、 E¹は、置換されていても良いフェニル基を表す)で表される化合物若しくはそ の塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物。

16.

E¹が、2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基又は3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基を表す)で表される請求の範囲第15項に記載の化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物(ただし、下記の化合物を除く:

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] <math>-2-ヒドロキシベンズ アミド、

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド、

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-プロモー2-ヒドロキシベンズアミド、

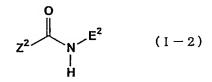
N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-5-ョードベンズアミド、及び

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-5-

ニトロベンズアミド)。

17. Z^1 が、5位にハロゲン原子を有する2-ヒドロキシフェニル基、又は5位にハロゲン原子を有する2-アセトキシフェニル基である請求の範囲第15項ないし第16項に記載の化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物。

18. 下記一般式 (I-2):



(式中、Z²は、5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル基、 又は5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基を表し、

E²は、2,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち1個はトリフルオロメチル基である)、又は3,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち1個はトリフルオロメチル基である)を表す)で表される化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物(ただし、下記の化合物を除く:

5-クロローN-[5-クロロー3-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド、

5-7ルオロ-2-ビドロキシ-N-[2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ) -5-(トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド、

5-7ルオロ-2-ヒドロキシ-N-[2-(6, 6, 6-トリフルオロヘキシルオキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド、

5-クロロ-N-[2-(4-クロロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル) フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド、

5-クロロー2-ヒドロキシーN-[2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド、

 $5-\rho$ ロロ $-N-[2-(4-\rho$ ロロフェニル) スルファニル-5-(トリフルオロメチル) フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド、

WO 03/103665 PCT/JP03/07120

5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-[2-(1-ナフチルオキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド、及び

 $5-\rho$ ロロー 2-ヒドロキシー N- [2- (2-ナフチルオキシ)-5- (トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド)。

19. Z²が、5位にハロゲン原子を有する2-ヒドロキシフェニル基、又は5位にハロゲン原子を有する2-アセトキシフェニル基である請求の範囲第18項に記載の化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物。

20. 下記一般式(I-3):

$$Z^3$$
 N
 E^3
 $(I-3)$

(式中、 Z^3 は、5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル基、 又は5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基を表し、 E^3 は、下記式:

(式中、R³°²及びR³°³は、一方が水素原子、他方が置換基を有していてもよい い炭化水素基又は置換基を有していてもよいヒドロキシ基を表し、

 $R^{3 \cdot 5}$ は、置換基を有していてもよい $C_2 \sim C_6$ の炭化水素基を表す))で表される化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物。

21. Z³が、5位にハロゲン原子を有する2-ヒドロキシフェニル基、又は5位にハロゲン原子を有する2-アセトキシフェニル基である請求の範囲第20項に記載の化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物。

22. 下記一般式 (I-4):

$$Z^4$$
 N
 E^4
 $(I-4)$

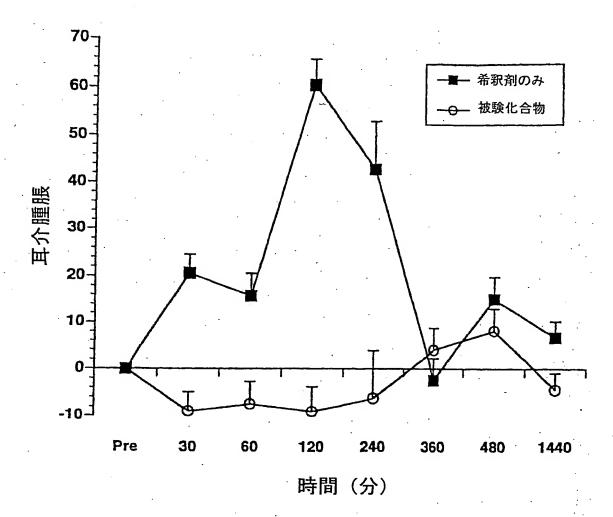
(式中、 Z^4 は、5位に置換基を有していてもよい2-ヒドロキシフェニル基、 又は5位に置換基を有していてもよい2-アセトキシフェニル基を表し、 E^4 は、下記式:

(式中、R4°4は、置換基を有していてもよい炭化水素基を表し、

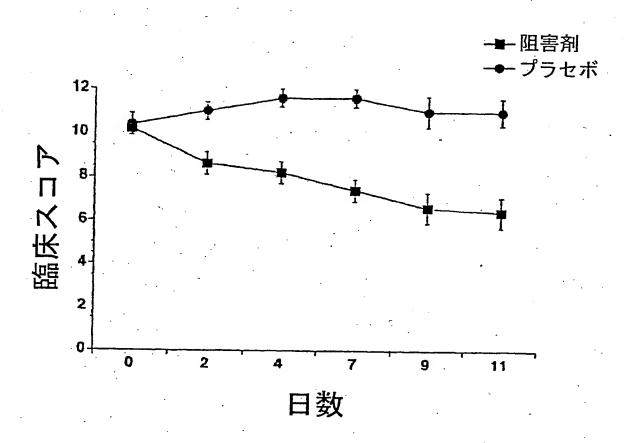
R^{4°5}は、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していてもよいアシル基、又は 置換基を有していてもよいヘテロ環基を表す))で表される化合物若しくはその塩、 又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物。

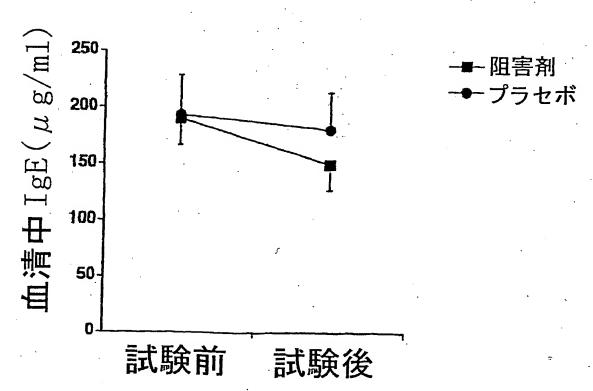
23. Z⁴が、5位にハロゲン原子を有する2-ヒドロキシフェニル基、又は5位にハロゲン原子を有する2-アセトキシフェニル基である請求の範囲第22 項に記載の化合物若しくはその塩、又はそれらの水和物若しくはそれらの溶媒和物。

第1図



第2図





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/07120

CLASSIFICATION OF SUB	

Int.Cl 7 A61K31/427, 31/5375, 31/055, 31/137, 31/15, 31/167, 31/18, 31/357, 31/381, 31/403, 31/4035, 31/404, 31/421, 31/422, 31/445, 31/4453, 31/455, 31/47, 31/498, 31/606, 31/609, 31/616, 31/63, According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ A61K31/427, 31/5375, 31/055, 31/137, 31/15, 31/167, 31/18, 31/357, 31/381, 31/403, 31/4035, 31/404, 31/421, 31/422, 31/445, 31/4453, 31/455, 31/47, 31/498, 31/606, 31/609, 31/616, 31/63,

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN), REGISTRY (STN), Medline (STN), BIOSIS (STN), EMBASE (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Japanese Patent Office

Facsimile No.

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	WO 99/65449 A2 (SMITHKLINE BEECHAM CORP.),	1-8,10,11,
j	23 December, 1999 (23.12.99),	14,15,17
Y	Full text	21,23
	& JP 2002-518307 A	
х	US 6117859 A (The Research Foundation of State	1-8,10-12,
	University of New York),	14-16,18
Y	12 September, 2000 (12.09.00),	21
1	Full text	2.1
	(Family: none)	
x	EP 221211 A1 (UNILEVER PLC),	1-7,10-16,
٠ ٠	13 May, 1987 (13.05.87),	18,20,22
Y.	Full text	21,23
1	& JP 62-99329 A & US 4560549 A	21/23
· .		1
1		

		•	
X	Further documents are listed in the continuation of Box C.		See patent family annex.
"A" do "E" e: "L" do ci sp "O" do "P" do	pecial categories of cited documents: ocument defining the general state of the art which is not onsidered to be of particular relevance after document but published on or after the international filing ate ocument which may throw doubts on priority claim(s) or which is ited to establish the publication date of another citation or other occument referring to an oral disclosure, use, exhibition or other teans ocument published prior to the international filing date but later an the priority date claimed	"X" "Y"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family
12	the actual completion of the international search 2 August, 2003 (12.08.03)	Date	of mailing of the international search report 26 August, 2003 (26.08.03)
Vame a	nd mailing address of the ISA/	Auth	orized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/07120

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet) This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons: Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: 2. X Claims Nos.: 1-23 because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: (See extra sheet) Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a). Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet) This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' A61K31/427, 31/5375, 31/055, 31/137, 31/15, 31/167, 31/18, 31/357, 31/381, 31/403, 31/4035, 31/404, 31/421, 31/422, 31/445, 31/4453, 31/455, 31/47, 31/498, 31/606, 31/609, 31/616, 31/63, A61P11/06, 17/00, 17/04, 37/08, 15/00, A61K31/426, CO7D277/44

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ A61K31/427, 31/5375, 31/055, 31/137, 31/15, 31/167, 31/18, 31/357, 31/381, 31/403, 31/4035, 31/404, 31/421, 31/422, 31/445, 31/453, 31/455, 31/47, 31/498, 31/606, 31/609, 31/616, 31/63, A61P11/06, 17/00, 17/04, 37/08, 15/00, A61K31/426, C07D277/44

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), REGISTRY (STN), Medline (STN), BIOSIS (STN), EMBASE (STN)

C. 関連すると認められる文献

	- C 1830 1940 5 X 18X		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X Y	WO 99/65449 A2 (SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION) 1999.12.23、全文 & JP 2002-518307 A	1-8, 10, 11, 14, 15, 17 21, 23	
X Y	US 6117859 A (The Research Foundation of State University of New York) 2000.09.12、全文 (ファミリーなし)	1-8, 10-12, 14-16, 18 21	

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー、
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

12.08.03

国際調査報告の発送日

26.08.03

国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 伊藤 幸司 4C 9450

電話番号 03-3581-1101 内線 3452

第1根	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)	_
成しな	条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部についてかった。	作
1. [] 請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、	,
2. 🗓	請求の範囲 <u>1-23</u> は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、	,
	別紙参照	
3. 🗆	請求の範囲 は、従属語求の範囲であってRCで規則による)の第2本では、大の場合と	•
ت ∵ ت	請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。	
第Ⅱ柳	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)	_
次に	述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。	
1. 📗	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。	
2. 🗌	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。	
3. [出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。	
4.	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。	
自加調査	手数料の異議の申立てに関する注意 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C1⁷ C07C311/29, 309/88, 335/22, 311/21, 311/46, 317/40, 323/42, C07F7/08, C07C235/60, 251/86, 245/08, 235/84, 235/64, 235/66, 237/44, 243/38, 251/48, 255/41, 255/57, 255/60, 275/34, 275/42

B. 調査を行った分野

Int. Cl⁷ C07C311/29, 309/88, 335/22, 311/21, 311/46, 317/40, 323/42, C07F7/08, C07C235/60, 251/86, 245/08, 235/84, 235/64, 235/66, 237/44, 243/38, 251/48, 255/41, 255/57, 255/60, 275/34, 275/42

第 I 欄の 2. について

請求の範囲1-23の発明の医薬組成物の有効成分又は化合物は、極めて広範囲且つ多彩な化合物を包含し、その全てについて完全な調査を行うことは困難である。一方、PCT条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、PCT条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-23の発明の医薬組成物の有効成分又は化合物の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲1-23及び明細書は、有意義な国際調査を行うことができる程度まで所定の要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲1-23の発明について、明細書に具体的に記載された化合物に基ついて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。

国際出願番号 PCT/JP03/07120

- 1			
1	C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	
	カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	X Y	EP 221211 A1 (UNILEVER PLC) 1987.05.13、全文 & JP 62-99329 A & US 4560549 A	1-7, 10-16, 18, 20, 22 21, 23
	X Y	WO 02/28819 A1 (THE RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY) 2002.04.11、全文 & EP 1328507 A1 & US 2002/065322 A1 & US 6407288 B2	1-7, 10-12, 14-16, 18 21
	X	WO 99/55663 A1 (VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED) 1999.11.04、全文 & EP 1076641 A1	1-6, 9-11, 14
	X A	GB 996074 A(HASELTINE, LAKE & CO)1965.06.23、 特に第1頁右欄 (ファミリーなし)	15, 17-19 16, 20, 21
	X A	US 3331874 A (Herbert C. Stecker) 1967.07.18、 TABLE I (ファミリーなし)	15, 17-19 16, 20, 21
	, X	US 4358443 A (The Research Foundation of State University of New York) 1982.11.09、特に第10欄EXAMPLE 4及UTABLE 1 & US 4287191 A & EP 38192 A1	15
		& JP 57-112360 A	
	P, X	WO 02/49632 A1 (株式会社医薬分子設計研究所) 200 2.06.27、全文 & AU 2002/22683 B	1-23
	P,X	WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) 2002.10.03、全文 & EP 1314712 A1	1-7, 10-12, 14-16, 18, 20
	P, X	WO 02/051397 A1 (石原産業株式会社) 2002.07.04、 全文 & JP 2002-249473 A	1-8, 10, 11, 13-15, 17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/07120.

Continuation of A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (International Patent Classification (IPC))

Int.Cl⁷ A61P11/06, 17/00, 17/04, 37/08, 15/00, A61K31/426, C07D277/44, C07C311/29, 309/88, 335/22, 311/21, 311/46, 317/40, 323/42, C07F7/08, C07C235/60, 251/86, 245/08, 235/84, 235/64, 235/66, 237/44, 243/38, 251/48, 255/41, 255/57, 255/60, 275/34, 275/42

(According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC)

Continuation of B. FIELDS SEARCHED

Minimum Documentation Searched(International Patent Classification (IPC))

Int.Cl⁷ A61P11/06, 17/00, 17/04, 37/08, 15/00, A61K31/426, C07D277/44, C07C311/29, 309/88, 335/22, 311/21, 311/46, 317/40, 323/42, C07F7/08, C07C235/60, 251/86, 245/08, 235/84, 235/64, 235/66, 237/44, 243/38, 251/48, 255/41, 255/57, 255/60, 275/34, 275/42

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Continuation of Box No. I-2 of continuation of first sheet(1)

The active ingredient or compound in the medicinal compositions of claims 1-23 involves an extremely wide range of various compounds. It is hence difficult to make a complete search for all of them. On the other hand, the active ingredients or compounds which are supported by the description in the meaning of Article 6 of the PCT and are disclosed in the description in the meaning of Article 5 of the PCT are limited to an extremely small part of the active ingredients or compounds for medicinal compositions of claims 1-23.

Consequently, claims 1-23 and the description do not comply with the given requirements to such a degree that a meaningful international search can be made.

In this international search report, a search with respect to claims 1-23 was hence made for compounds specified in the description through prior art documents within the range of a reasonable burden.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/07120

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	WO 02/28819 A1 (THE RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY), 11 April, 2002 (11.04.02),	1-7,10-12, 14-16,18 21
	Full text & EP 1328507 A1 & US 2002/065322 A1 & US 6407288 B2	. •
X	WO 99/55663 A1 (VERTEX PHARMACEUTICALS INC.), 04 November, 1999 (04.11.99), Full text & EP 1076641 A1	1-6,9-11,14
X A	GB 996074 A (HASELTINE, LAKE & Co.), 23 June, 1965 (23.06.65), Particularly, page 1, right column (Family: none)	15,17-19 16,20,21
X A	US 3331874 A (Herbert C. Stecker), 18 July, 1967 (18.07.67), Table 1 (Family: none)	15,17-19 16,20,21
х	US 4358443 A (The Research Foundation of State University of New York), 09 November, 1982 (09.11.82), Particularly, column 10; example 4; table 1 & US 4287191 A & EP 38192 A1 & JP 57-112360 A	15
P,X	WO 02/49632 A1 (Institute of Medicinal Molecular Design Inc.), 27 June, 2002 (27.06.02), Full text & AU 2002/22683 B	1-23
P,X	WO 02/076918 Al (Suntory Ltd.), 03 October, 2002 (03.10.02), Full text & EP 1314712 Al	1-7,10-12, 14-16,18,20
P,X	WO 02/051397 Al (Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.), 04 July, 2002 (04.07.02), Full text & JP 2002-249473 A	1-8,10,11, 13-15,17
,		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

符 許 協 力 条 約

 $P \; C \; T$

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 A31323M	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/07120	国際出願日 (日.月.年) 05.06.03 優先日 (日.月.年) 06.06.02
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' A61K31/4 3, 31/4035, 31/404, 31/421, 31/422, 3	127, 31/5375, 31/055, 31/137, 31/15, 31/167, 31/18, 31/357, 31/381, 31/40 1/445, 31/4453, 31/455, 31/47, 31/498, 31/606, 31/609, 31/616, 31/63,
出願人 (氏名又吐名称)	株式会社医薬分子設計研究所
1. 国際予備審査機関が作成したこの国	国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙	まを含めて全部で <u>8</u> ページからなる。
この国際予備審査報告には、所 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT) この附属事類は、全部で	が 「
3. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。
I X 国際予備審査報告の基礎	
Ⅱ □ 優先権	
Ⅲ 区 新規性、進歩性又は産業」	上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
IV 発明の単一性の欠如	
V X PCT35条(2)に規定す	る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため
の文献及び説明 VI X ある種の引用文献	
VII 国際出願の不備	
YII 国際出願に対する意見	·
·	
国際予備審査の請求寄を受理した日	Grant V Marketon III. III.
05.06.03	国際予備審査報告を作成した日 13.11.03
名称及びあて生	

電話番号 03-3581-1101 内線

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (1998年7月)

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915· 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

1.	国際予備審查	報告の基礎				
1.	この国際予備 応答するため PCT規則70	に従四された差し替	顕書類に基づいて作成さ え用紙は、この報告書に	れた。(法第6条(PC おいて「出額時」とし、	T 1 4 条)の規定に基づ 本報告書には添付しない	く命令に
	X 出願時の国	際出願書類	,			
	明細書 明細書 明細書	第 第 第	ページ、	・出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書。		
_	_		ページ、		付の書簡と共に提出さ	れたもの
-	請求の範囲		項、	出願時に提出されたもの		-
	請求の範囲		項、	PCT19条の規定に基	gづき補正されたもの	
	請求の範囲 請求の範囲	第 第		国際予備審査の請求書と	: 共に提出されたもの 付の書簡と共に提出され	れたもの
] 図面.	第	ページ/図、	出願時に提出されたもの		
	図面	第		国際予備審査の請求書と	共に提出されたもの	
_	图重	第	ページ/図、		付の書簡と共に提出され	たもの
	明細書の配列	表の部分 第	ページ、	出願時に提出されたもの)	72
		表の部分 第	ページ、	国際予備審査の請求書と		
	明細書の配列	表の部分 第	ページ、		付の書簡と共に提出され	にたもの
2.	上記の出願書類	何言語は、下記に対	です場合を除くほか、こ <i>の</i>	国際出願の言語である。		
	上記の書類は、	下記の言語である。		.		
	☐ ☐ 201 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300					
	□ 国际調査の	のために提出された	PCT規則23.1(b)にいう	翻訳文の言語	•	
•		例48.3(b) にいう国際			•	
	□ 国際予備署	審査のために提出さ	れたPCT規則55.2また	は55.3にいう翻訳文の言語	<u> </u>	
3	•	•	•	り、次の配列表に基づき		
1		出願に含まれる書面 に	•	ン、いいのにが私に思って	当然「帰街互報音を1)つ	/ <u>~</u> .
·i						
			た磁気ディスクによる配列			
,	」 四級伎に、	この国際予備番査	(または調査)機関に提出	Hされた書面による配列表		
. [」出願後に、	この国際予備審査	(または調査)機関に提出	はされた磁気ディスクによ	る配列表	
<u>{</u>	出願後に提書の提出が	出した書面による首	2列表が出願時におけるほ	国際出願の開示の範囲を超	える事項を含まない旨の	>陳述
[書面によるがあった。	配列表に記載した配	2列と磁気ディスクによる	配列表に記録した配列が	同一である旨の陳述書の)提出
l. #			• • • •			
· · □		己の書類が削除され 第	た。	,		
	請求の範囲			•	•	
n	-	面の第	項			1
Ū			ページ <i>,</i>	_		
i. []		- III C 4 U J /	こ示したように、補正がと とものとして作成した。(なければならず、本報告)	出願時における開示の範囲 P C T 規則70.2(c) この こ添付する。)]を越えてされたものとま 補正を含む差し替え用約	るめら 氏は上
					•	.
	•	•			•	
	-					
		•				f

町. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成	
1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由に 審査しない。	こより
国際出願全体	
図 請求の範囲 1-23の一部	
理由: Table Tab	
この国際出願又は請求の範囲 は、国際予備審査をすることを要した 次の事項を内容としている(具体的に記載すること)。	ない
	72
図 明細書、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲 1-23 記載が 不明確であるため 目盤をデオートがったかい (月世代)	_ の
記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。 請求の範囲1-23の発明の医薬組成物の有効成分又は化合物は、極めて広範囲1-23の発明の医薬組成物の有効成分又は化合物は、極めて広範	
- 四旦マタ杉は10百物で包含し、その全てについて完全が調査を行ってとけ困難で	-
のる。 カ、トレー条約第1条の意味において明細重に重付けられ、主も DC	•
T条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-2 3の発明の医薬組成物の有効成分又は化合物の中のごく僅かな部分に過ぎない。	•
したかつ(、請求の範囲)-23枚が明細重け、有寄美な国際調木を与えて1	:
かじざる程度まで所定の要件を満たしていない	
てこじ、先の国際調査報告では、請求の範囲1~22の発明については、明何	!
書に具体的に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術 文献調査を行ったので、この調査の範囲で、国際予備審査を行うこととする。	
では、こうは近い。	
Y 全球の熱水の作用及上端水の作用	
X 全部の請求の範囲又は請求の範囲 1-23 が、明細書による十分 裏付けを欠くため、見解を示すことができない。	↑な
	•
X 請求の範囲	
2. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためガイドライン)に定める基準を満たしていないので、有効な国際予備審査をすることができない。	0
■ 書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。	
□ 磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。	

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性 文献及び説明	についての法第12条	(PCT35条(2)) に定める見解	それを裏付け
1. 見解	•		
新規性(N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	12, 16, 20-23 1-11, 13-15, 17	3 有 一19 無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1 – 2 3	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1 – 2 3	
2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)		-	
文献 1:WO 99/65449 A 1999.12.23 文献 2:US 6117859 A University of New York) 文献 3:EP 221211 A1 文献 4:WO 02/28819 A UNIVERSITY) 2002.04.11 文献 5:WO 99/55663 A 1999.11.04 文献 6:GB 996074 A (文献 7:US 3331874 A 文献 8:US 4358443 A University of New York)	(The Research 2000.09.12 (UNILEVER PLC) A 1 (THE RESEAR A 1 (VERTEX PHA HASELTINE, LAKE (Herbert C. St	Foundation of State 1987.05.13 RCH FOUNDATION OF STATE RMACEUTICALS INCORPORA 8 CO) 1965.06.23	•
< 文献1より> 請求の範囲1-8、10、11、 で引用された文献1より新規性及 文献1には、式Iで表される化 一性皮膚炎等の皮膚病等の治療に そして、同様に炎症性障害、皮膚 化合物の置換基の一部を類似の範疇 である。	び 壁 少 任 を 有 しん 合 物 (HO)(R) Ph- 有 用 で あ る こ と か 責 病 治 療 に 有 田 か	cv。 -CONH-Ph(Ra)が炎症性障害 [*] 記載されている。 -CV-CMな場供するなめ	事、アトピ
< 文献 2 より > 請求の範囲 1 - 8、 1 0、 1 1、 された文献 2 より新規性及び進歩性 8 に係る発明は、同文献 2 より進力 文献 2 には、(R)(X)(HO)Ph-CONH CN、NOz、H、ハロゲン、アルキル、 表される化合物がざ瘡等を治療対象 ている。	まで有しない。ま b性を有しない。 -Z(Z=CF₃、CN、! ハロゲノアルキ 良とする抗炎症剤	に、請求の範囲12、] NO.等で置換されたベンゼ ル、R=アルキルスルフォ Iとして有用であることか	(6及び1 ン環、X= ニル)で ご記載され
そして、同様に抗炎症活性な化台 おいて、置換基の一部を類似の範囲 である。	合物を提供するた 目で変えてみるこ	めに、文献2に記載され とは当業者が容易になし	ルた発明に ノ得ること

VI. ある種の引用文献			
1. ある種の公表された文書 (PCT規則70	. 10)		
出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) (日.月.年)
WO 02/49632 A1 (株式会社医薬分子設計研究所) [E, X]	27. 06. 02	18. 12. 01	18. 12. 00
WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) [E, X]	03. 10. 02	27. 03. 02	27. 03. 01
WO 02/051397 A1 (石原産業株式会社) [E, X]	04. 07. 02	21. 12. 01	22. 12. 00

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付	書面による開示以外の開示に言及している
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(日.月.年)	書面の日付 (日. 月. 年)

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

国際特許分類(IPC)の続き

A61P11/06, 17/00, 17/04, 37/08, 15/00, A61K31/426, C07D277/44, C07C311/29, 309/88, 335/22, 311/21, 311/46, 317/40, 323/42, C07F7/08, C07C235/60, 251/86, 245/08, 235/84, 235/64, 235/66, 237/44, 243/38, 251/48, 255/41, 255/57, 255/60, 275/34, 275/42

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2 欄の続き

<文献3より>

請求の範囲1-7、10、11、13、14及び15に係る発明は、国際調査報告で引用された文献3より新規性及び進歩性を有しない。また、請求の範囲12、16、18、20及び22に係る発明は、同文献3より進歩性を有しない。

文献3には、チアゾール環、ベンゾチアゾール環又はCFJ等で置換されたベンゼン環により置換されたサリチルアミド誘導体が、アレルギー性皮膚炎等を治療対象とする皮膚用抗炎症剤として有用であることが記載されている。

そして、同様に抗炎症活性な化合物を提供するために、文献3に記載された発明において、置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

<文献4より>

請求の範囲1-7、10、11、14及び15に係る発明は、国際調査報告で引用された文献4より新規性及び進歩性を有しない。また、請求の範囲12、16及び18に係る発明は、同文献4より進歩性を有しない。

文献4には、CF:等で置換されたベンゼン環を有するサリチルアミド誘導体が、ざた、結膜炎、歯肉炎、関節炎等を治療対象とする抗炎症剤として有用であることが記載されている。

そして、同様に抗炎症活性な化合物を提供するために、文献4に記載された発明において、置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

< 文献1、3及び4より>

請求の範囲21に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1、2、3及び4より進歩性を有しない。また、請求の範囲23に係る発明は、同文献1及び3より進歩性を有しない。

請求の範囲21について

文献2-4には、CFで置換されたベンゼン環を有するサリチルアミド誘導体が抗 炎症剤として有用であることが記載されている。一方、文献1には、ベンゼン環の5 位がハロゲン原子で置換されたサリチルアミド誘導体が抗炎症剤として有用であることが記載されている。してみれば、文献2-4に係る発明において、同様に抗炎症活性な化合物を提供するために、文献1の知見に基づき、サリチルアミド誘導体のベンゼン環の5位をハロゲン原子により置換してみることは当業者が容易になし得ることである。

請求の範囲23について

を有しない。

文献3には、チアゾール環、ベンゾチアゾール環で置換されたサリチルアミド誘導体が抗炎症剤として有用であることが記載されている。一方、文献1には、ベンゼン環の5位がハロゲン原子で置換されたサリチルアミド誘導体が抗炎症剤として有用であることが記載されている。してみれば、文献3に係る発明において、同様に抗炎症活性な化合物を提供するために、文献1の知見に基づき、サリチルアミド誘導体のベンゼン環の5位をハロゲン原子により置換してみることは当業者が容易になし得ることである。

<文献5より> 請求の範囲1-6、9-11及び14に係る発明は、文献5より新規性及び進歩性 補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2 欄の続き

文献 5 には、(ヒドロキシナフタレン環)-CONH-(CF:等で置換されたPh)で表される 化合物が、抗炎症剤として有用であることが記載されている。 そして、同様に抗炎症活性な化合物を提供するために、置換基の一部を類似の範囲 で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

<文献6より>

請求の範囲15及び17-19に係る発明は、国際調査報告で引用された文献6より新規性及び進歩性を有しない。 文献6には、(X)(H0)Ph-CONH-Ph(CF₃)(X)(X=ハロゲン原子)で表される化合物が記載されている。

<文献7より>

請求の範囲15及び17-19に係る発明は、国際調査報告で引用された文献7より新規性及び進歩性を有しない。 文献7には、(ジCF,置換フェニル)-NHCO-Ph(OH)(C1)等が記載されている。

く文献8より>

請求の範囲15に係る発明は、国際調査報告で引用された文献8より新規性及び進歩性を有しない。 文献8には、(R)(HO)Ph-CONH-Z(Z=置換されたベンゼン環)が記載されている。

出願人代理人				
特許業務法人特許事務所サイク				
·	殿	•		
あて名		• •	D.C.T.F.Anste	
₹ 104-0031		•	PCT見解書	
東京都中央区京橋一丁目8番7 京橋日殖ビル8階	묵		(法第13条) [PCT規則66]	
	· ·	発送日 (日.月.年)	26.08.0)3
出願人又は代理人 の書類記号 A3132	3 M	応答期間	上記発送日から 2	月 /日 以内
国際出願番号 PCT/JP03/07120	国際出願日 (日.月.年) 05.	06.03	優先日 (日.月.年) 06.	06.02
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' A61K31	/427, 31/5375, 31/055	, 31/137, 31/15	, 31/167, 31/18, 31/357,	31/381, 31/40
3, 31/4035, 31/404, 31/421, 31/422,	, 31/445, 31/4453, 31/	455, 31/47, 31/	498, 31/606, 31/609, 31,	/616, 31/63,
出願人 (氏名又は名称)	株式会社医薬分子設	針研 农 部		•
	77-72 [[2,8/]] []	FI WI 767)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. これは、この国際予備審査機関が	「作成した 1 回	目の見解書である	9	
2. この見解書は、次の内容を含む。				
I X 見解の基礎				
II			•	•
□ X 新規性、進歩性又は産業	業上の利用可能性につい	ての見解の不作品	\$. ·	
IV	RICC D() () ()			
V X 法第13条(PCT規則 、それを裏付けるため。	1906.2(a)(11)) に規定す D文献及び説明	「る新規性、進歩	性又は産業上の利用可能性	についての見解
VI X ある種の引用文献				
VII 国際出願の不備			•	•
VII 国際出願に対する意見				
3. 出願人は、この見解書に応答する				
いつ? 上記応答期間を参照す 66.2(d)) に担党する L	ること。この応答期間になった。	間に合わないと	きは、出願人は、法第13	条(PCT規則
ただし、期間延長が認	ねり、その知间の経過別 められるのは合理的な理	に国際予備審査 由があり かつ	機関に期間延長を請求する スケジュールに余裕がある	ことができる。
ことに任意されたい。				
どのように? 法第13条 (РСТ規	則66.3) の規定に従い、	答弁書及び必要	な場合には、補正書を提出	する。補正書の
体入及び言語について	は、佐陋行規則第62条	(PCT規則66.8	【及び66 Q】を数昭すストレ	
補正書及び/又は答弁	の破芸については、伝施 書の審査官による考慮に	17規則第61条(の 2 (P C T規則66.4)を参 T規則66.4の2を参照するこ	照すること。
り非公式の連絡につい	ては、PCT規則66.6を	参昭十ストレ	1 みれ100.4072を参照するこ	- C。 番箕目と
応答がないときは、国際予備審査報告	は、この見解書に基づき	作成される。		
4. 国際予備審査報告作成の最終期限	t、PCT規則69.2の規	定により	06.10.04	71 + 7
			00. 10. 04	である。
名称及びあて先	特	許庁審査官(権限		4C 9450
日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915		伊藤	幸司 し	
東京都千代田区蔵が関三丁目4名	野3号· 雷	既来号 0.3~3	8581-1101 内坞	3452

電話番号 03-3581-1101 内線

.1.	見解の基礎				***************************************
1.,	〜 この見解書は めに提出された。	下記の出願寄類に基づい 差替え用紙は、この見角	いて作成された。 (法 解費において「出願時	第6条(PCT14条)の 」とする。)	の規定に基づく命令に応答するた
	X 出願時の国	祭出願書類			
	明細書	第	ページ、	中枢時に担出されたよう	
	明細書	第	<u>~</u> ~-ジ	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求審と	•
ļ	明細書	第	ベージ、		付の書簡と共に提出されたもの
	請求の範囲	第	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	出願時に提出されたもの	
	請求の範囲	第	項、	PCT19条の規定に基	•
	請求の範囲	第	項、	国際予備審査の請求書と	共に提出されたもの
	請求の範囲	第	項、		付の書簡と共に提出されたもの
	[] , 図面	第	ページ/図、	出願時に提出されたもの	
	図面	第	ページ/図、	国際予備審査の請求審と	: 共に提出されたもの
	図面	第	ページ/図、		付の書簡と共に提出されたもの
٠ ١	□ 明細書の配列	刊表の部分 第	ページ	出願時に提出されたもの	
. '		表の部分 第	~\.	国際予備審査の請求書と	:
		刊表の部分 第	ベージ	四次一個併立り明不賞と	付の書簡と共に提出されたもの
3.	国際予備		たPCT規則55.2また	は55.3にいう翻訳文の言 らり、次の配列表に基づき	
	□ この国際	出願に含まれる書面に。	よる配列表		<u>.</u>
		出願と共に提出されたの		列書	
			· ·	ハス 出された書面による配列』	*
				出された磁気ディスクに。	
•	書の提出が		小女が 田殿 呼における	国際山殿の開示の範囲を対	望える事項を含まない旨の陳述
		る配列表に記載した配列	可と磁気ディスクによ	る配列表に記録した配列が	が同一である旨の陳述書の提出
				•	
4.		記の書類が削除された	•	•	
. [」 明細書	第	ページ		• •
	請求の範囲	第	<u>·</u> 項	•	
	図面	図面の第	ページ	/図	
5 [」 この見解書は その補正がさ	、補充欄に示したよう れなかったものとして	に、補正が出願時にお 作成した。(PCT規)	・ ける開示の範囲を越えて 則70. 2(c))	されたものと認められるので、
		•	•		
	•	•		•	
		•			·
					•
		•	•	•	

Ш	Ⅲ. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作品	坟
1	1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進力審査しない。	5性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により
	国際出願全体	
	X 請求の範囲 1-23の一部	
		•
埋	理由:	
	この国際出願又は請求の範囲	は、国際予備審査をすることを要しない
	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY	. 8
5	記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に 請求の範囲1-23の発明の医薬組成物の不 囲且つ多彩な化合物を包含し、その全てについ ある。一方、PCT条約第6条の意味において 不条約第5条の意味において明細書に開示され 3の発明の医薬組成物の有効成分又は化合物の したがって、請求の範囲1-23及び明細調ができる程度まで所定の要件を満たしていない そこで、先の国際調査報告では、請求の範囲 書に具体的に記載された化合物に基づいて、各 文献調査を行ったので、この調査の範囲で、国	有効成分又は化合物は、極めて広範いて完全な調査を行うことは困難でて明細書に裏付けられ、また、PCれているものは、請求の範囲1-2の中のごく僅かな部分に過ぎない。書は、有意義な国際調査を行うことの理1-23の発明については、明細合理的な負担の範囲内で、先行技国際予備審査を行うこととする。
X	全部の請求の範囲又は請求の範囲 1-23 裏付けを欠くため、見解を示すことができない。	が、明細書による十分な
X	請求の範囲 1-23の一部	について、国際調査報告が作成されていない。
2.	. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C (塩基配 ガイドライン) に定める基準を満たしていないので、見解書を作成	列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のための することができない。
	□ 書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たし	ていない。
	□ 磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準	を満たしていない。

v.	新規性、進歩性又 る文献及び説明	は産業上の利用可能	性についての法第13条	(PCT規則66.2(a)(ii)に	定める見解、	それを裏付
1.	見解				-	
	新規性(N)		請求の範囲 請求の範囲	12, 16, 20 1-11, 13-15,		有 無
(進歩性(IS)		請求の範囲 請求の範囲	1 - 2 3		有 無
i	産業上の利用可能性	(IA)	: 請求の範囲	1-23		· 有

請求の範囲

2. 文献及び説明

文献 1: WO 99/65449 A 2 (SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION)

1999. 12. 23

文献 2: US 6117859 A (The Research Foundation of State

University of New York) 2000.09.12

文献 3: EP 221211 A1 (UNILEVER PLC) 1987.05.13

文献4:WO 02/28819 A1 (THE RESEARCH FOUNDATION OF STATE

UNIVERSITY) 2002.04.11

文献 5: WO 99/55663 A1 (VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED)

1999, 11, 04

文献 6:GB 996074 A (HASELTINE, LAKE & CO) 1965.06.23

文献7:US 3331874 A (Herbert C. Stecker) 1967.07.18

文献8:US 4358443 A (The Research Foundation of State

University of New York) 1982.11.09

<文献1より>

請求の範囲1-8、10、11、14、15及び17に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1より新規性及び進歩性を有しない。

文献1には、式Iで表される化合物 (HO)(R₂)Ph-CONH-Ph(R₂)が炎症性障害、アトピー性皮膚炎等の皮膚病等の治療に有用であることが記載されている。

そして、同様に炎症性障害、皮膚病治療に有用な化合物を提供するために、式 I の化合物の置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

<文献2より>

請求の範囲1-8、10、11、14及び15に係る発明は、国際調査報告で引用された文献2より新規性及び進歩性を有しない。また、請求の範囲12、16及び18に係る発明は、同文献2より進歩性を有しない。

VI. ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書(PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日.月.年)	出願日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) <u>(日. 月. 年)</u>
WO 02/49632 A1 (株式会社医薬分子設計研究所) [E, X]	27. 06. 02	18. 12. 01	18. 12. 00
WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) [E, X]	03. 10. 02	27. 03. 02	27. 03. 01
WO 02/051397 A1 (石原産業株式会社) [E, X]	04. 07. 02	21. 12. 01	22. 12. 00

2/. 書面による開示以外の開示(PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	審面による開示以外の開示の日付	書面による開示以外の開示に言及している
<u> </u>	(日. 月. 年)	

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 欄の続き

国際特許分類(IPC)の続き

A61P11/06, 17/00, 17/04, 37/08, 15/00, A61K31/426, C07D277/44, C07C311/29, 309/88, 335/22, 311/21, 311/46, 317/40, 323/42, C07F7/08, C07C235/60, 251/86, 245/08, 235/84, 235/64, 235/66, 237/44, 243/38, 251/48, 255/41, 255/57, 255/60, 275/34, 275/42

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2 楓の続き

文献 2 には、(R) (X) (H0) Ph-CONH-Z $(Z=CF_3$ 、CN、 NO_2 等で置換されたベンゼン環、X=CN、 NO_2 、H、ハロゲン、アルキル、<math>N-ロゲノアルキル、R=アルキルスルフォニル)で表される化合物がざ瘡等を治療対象とする抗炎症剤として有用であることが記載されている。

そして、同様に抗炎症活性な化合物を提供するために、文献 2 に記載された発明において、置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

<文献3より>

請求の範囲1-7、10、11、13、14及び15に係る発明は、国際調査報告で引用された文献3より新規性及び進歩性を有しない。また、請求の範囲12、16、18、20及び22に係る発明は、同文献3より進歩性を有しない。

文献3には、チアゾール環、ベンゾチアゾール環又はCF,等で置換されたベンゼン環により置換されたサリチルアミド誘導体が、アレルギー性皮膚炎等を治療対象とする皮膚用抗炎症剤として有用であることが記載されている。

そして、同様に抗炎症活性な化合物を提供するために、文献3に記載された発明に おいて、置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ること である。

<文献4より>

請求の範囲1-7、10、11、14及び15に係る発明は、国際調査報告で引用された文献4より新規性及び進歩性を有しない。また、請求の範囲12、16及び18に係る発明は、同文献4より進歩性を有しない。

文献4には、CF₁等で置換されたベンゼン環を有するサリチルアミド誘導体が、ざ瘡、結膜炎、歯肉炎、関節炎等を治療対象とする抗炎症剤として有用であることが記載されている。

そして、同様に抗炎症活性な化合物を提供するために、文献4に記載された発明において、置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

< 文献1、3及び4より>

請求の範囲21に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1、2、3及び4より進歩性を有しない。また、請求の範囲23に係る発明は、同文献1及び3より進歩性を有しない。

請求の範囲21について

文献 2 - 4 には、CF₁で置換されたベンゼン環を有するサリチルアミド誘導体が抗 炎症剤として有用であることが記載されている。一方、文献 1 には、ベンゼン環の5、 位がハロゲン原子で置換されたサリチルアミド誘導体が抗炎症剤として有用であるこ とが記載されている。してみれば、文献 2 - 4 に係る発明において、同様に抗炎症活

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2 - 欄の続き

性な化合物を提供するために、文献1の知見に基づき、サリチルアミド誘導体のベンゼン環の5位をハロゲン原子により置換してみることは当業者が容易になし得ることである。

請求の範囲23について

文献3には、チアゾール環、ベンゾチアゾール環で置換されたサリチルアミド誘導体が抗炎症剤として有用であることが記載されている。一方、文献1には、ベンゼン環の5位がハロゲン原子で置換されたサリチルアミド誘導体が抗炎症剤として有用であることが記載されている。してみれば、文献3に係る発明において、同様に抗炎症活性な化合物を提供するために、文献1の知見に基づき、サリチルアミド誘導体のベンゼン環の5位をハロゲン原子により置換してみることは当業者が容易になし得ることである。

<文献5より>

請求の範囲1-6、9-11及び14に係る発明は、文献5より新規性及び進歩性を有しない。

文献5には、(ヒドロキシナフタレン環)-CONH-(CF,等で置換されたPh)で表される化合物が、抗炎症剤として有用であることが記載されている。

そして、同様に抗炎症活性な化合物を提供するために、置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

く文献6より>

請求の範囲15及び17-19に係る発明は、国際調査報告で引用された文献6より新規性及び進歩性を有しない。

文献6には、(X)(HO)Ph-CONH-Ph(CF₃)(X)(X=ハロゲン原子)で表される化合物が記載されている。

<文献7より>

請求の範囲15及び17-19に係る発明は、国際調査報告で引用された文献7より新規性及び進歩性を有しない。

文献7には、(ジCF₃置換フェニル)-NHCO-Ph(OH)(C1)等が記載されている。

<文献8より>

請求の範囲15に係る発明は、国際調査報告で引用された文献8より新規性及び進 歩性を有しない。

文献8には、(R)(HO)Ph-CONH-Z(Z=置換されたベンゼン環)が記載されている。

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL
OF COPIES OF TRANSLATION
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 72.2)

To

SIKS & CO. 8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg., 8-7, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031 JAPON

Date of mailing (day/month/year) 02 December 2004 (02.12.2004)	
Applicant's or agent's file reference A31323M	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP2003/007120	International filing date (day/month/year) 05 June 2003 (05.06.2003)
Applicant INSTITUTE OF MED	ICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. et al

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

AZ, CA, CH, CN, CO, EP, GH, KG, KR, MK, MZ, RO, RU, TM

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, AU, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EA, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PH, PL, PT, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Yoshiko Kuwahara

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Facsimile No.+41 22 338 90 90

Form PCT/IB/338 (July 1996)

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT Application PCT/JP2003/007120

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference A31323M	FOR FURTHER ACTION		tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No.	International filing date (day/i	nonth/year)	Priority date (day/month/year)	
PCT/JP03/07120	05 June 2003 (05.0	6.03)	06 June 2002 (06.06.02)	
International Patent Classification (IPC) or n A61K 31/427, 31/5375, 31/055, 31/ 31/445, 31/4453, 31/455, 31/47, 31/	137, 31/15, 31/167, 31/18, 31/3:	57, 31/381, 31 /632 (see supp	/403, 31/4035, 31/404, 31/421, 31/422, olemental sheet)	
Applicant INSTITUTE	OF MEDICINAL MOLE	CULAR D	ESIGN. INC.	
and is transmitted to the applicant ac	ccording to Article 36.	·	national Preliminary Examining Authority	
2. This REPORT consists of a total of	δ sheets, including	ng this cover s	heet.	
amended and are the basis fo		ning rectifica	on, claims and/or drawings which have been tions made before this Authority (see Rule	
These annexes consist of a to	otal of sheets.			
3. This report contains indications rela	ting to the following items:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Basis of the report	•			
II Priority				
III Non-establishment	of opinion with regard to novelt	y, inventive st	ep and industrial applicability	
IV Lack of unity of invention				
Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
VI Certain documents of	ited		•	
VII Certain defects in the international application				
VIII Certain observations on the international application				
	······································			
Date of submission of the demand	Date o	f completion of	of this report	
05 June 2003 (05.06.	.03)	13 No	evember 2003 (13.11.2003)	
Name and mailing address of the IPEA/JP	- Author	rized officer		
Facsimile No.	Telepi	one No.		

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP03/07120

I.	Basis	of the report	
1.	With	regard to the elements of the international application:*	
	\boxtimes	the international application as originally filed	
	$\overline{\Box}$	the description:	
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages, filed with the letter of	
	П	the claims;	
		pages	, as originally filed
•		pages, as amended (together with any st	
		pages	, filed with the demand
		pages, filed with the letter of	
	П	the drawings:	
	لبا		, as originally filed
		pages	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		pages, filed with the letter of	_,
	Ш.		
		the sequence listing part of the description:	
		pages	, as originally filed
		pages filed with the letter of	_, filed with the demand
		pages, filed with the letter of	
2.	the in	the language of a translation of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination of 55.3).	which is:
3.		h regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application in the international application was carried out on the basis of the sequence listing:	cation, the international
		contained in the international application in written form.	
		filed together with the international application in computer readable form.	
		furnished subsequently to this Authority in written form.	
		furnished subsequently to this Authority in computer readable form.	
		The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond international application as filed has been furnished.	d the disclosure in the
		The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the writ been furnished.	ten sequence listing has
4.		The amendments have resulted in the cancellation of:	
		the description, pages	
		the claims, Nos.	
		the drawings, sheets/fig	
5.		This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	ve been considered to go
*	in th	acement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under a tis report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain of 70.17).	
**	Any r	replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this r	eport.

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP03/07120

III. Non-	establishment of opinion w	with regard to novelty	y, inventive step 2	and industrial	applicability	
1. The c	questions whether the clain trially applicable have not be	ned invention appears	to be novel to			be non obvious), or to be
	the entire international app	plication.				
\boxtimes	claims Nos.	1-a part of 23				•
becaus	se:					
	the said international appli relate to the following subj	cation, or the said clai ject matter which does	ms Nos.	ernational prel	iminary examina	ation (specify):
				•		
	•			•		
•						:
	•					
	·					
١ .					•	
	the description, claims or dr are so unclear that no mean	migrai obiniou conta p	e formed (specify)):		1-23
elating to ffective by the sp he PCT	ac effective componer 23 include a great var to all those compound components of the decification, as define Article 5.	nety of compounds is difficult to carried trug compositions and by the PCT Ar	eds within a vectorial within a vectorial of the inventible 6, or discrete	ery wide ra he other had tions of cla closed in th	nge, and a cond, only a sn ims 1 through the specification	omplete search mall fraction of the gh 23 are supported ion, as defined by
Ac Ources v escribed	ee enabling a meaning cordingly, in the prevwas conducted, within d in the specification onal preliminary examples.	yious international vious international a rational burde with respect to the	al search. al search repo ch range, base he inventions	ort, the searced on the co	ch of prior and on prounds sp	rt technological pecifically
	the claims, or said claims No by the description that no me	oseaningful opinion coul	1-23 ld be formed.		_ are so inadequ	uately supported
<u> </u>	no international search repor	t has been established	for said claims No	os	l-a part of 23	
A meani	ngful international preliming e listing to comply with the s	ary examination canni standard provided for	ot be carried out in Annex C of the	due to the fail	ure of the nucle	cotide and/or amino acid
t t	the written form has not been	n furnished or does not	t comply with the	standard.	5 Illau doucue.	
	the computer readable form l				ndard.	į

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP03/07120

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
1. Statement				
Novelty (N)	Claims	12, 16, 20-23	YES	
·	Claims	1-11, 13-15, 17-19	МО	
Inventive step (IS)	Claims		YES	
	Claims	1-23	NO NO	
Industrial applicability (IA)	Claims	1-23	YES	
	Claims		NO .	

2. Citations and explanations

Document 1: WO, 99/65449, A2 (Smithkline Beecham Corporation), 23 December, 1999.

Document 2: US, 61178559, A (The Research Foundation of State University of New York), 12 September, 2000.

Document 3: EP, 221211, A1 (Unilever PLC), 13 May, 1987.

Document 4: WO, 02/28819, A1 (The Research Foundation of State University of New York), 11 April. 2002.

Document 5: WO, 99/55663, A1 (Vertex Pharmaceuticals Incorporated), 04 November, 1999.

Document 6: GB, 996074, A (Haseltime, Lake & Co.), 23 June, 1965.

Document 7: US, 3331874, A (Herbert C. Stecker), 18 July, 1967.

Document 8: US, 4358443, A (The Research Foundation of State University of New York), 09 November, 1982.

<Based on document 1>

The inventions of claims 1-8, 10, 11, 14, 15, and 17 do not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 1 cited in the ISR.

Document 1 describes that the compound (HO)(R_A)Ph-CONH-Ph(R_B) represented by the Formula I is effective for treatment of skin diseases such as inflammatory disorders and atopic skin dermatitis.

Changing some of the substitution groups in the compound of Formula I within a range of analogs with the object of providing compounds that are similarly effective for treatment of skin diseases and inflammatory disorders could have been easily arrived at by a person skilled in the art.

<Based on document 2>

The inventions of claims 1-8, 10, 11, 14, and 15 do not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 2 cited in the ISR. Further, the inventions of claims 12, 16, and 18 do not appear to involve an inventive step based on document 2.

Document 2 describes that the compound represented by the formula (R)(X)(HO)Ph-CONH-Z (Z = benzene ring substituted with CF₃, CN, and NO₂, etc.; <math>X = CN, NO₂ H, halogen, alkyl, halogeno alkyl, R = alkylsulfonyl) is effective as an anti-inflammatory agent suitable for therapy of acne or the like.

In the invention described in document 2, changing some of the substitution groups within a range of analogs with the object of providing compounds that are similarly active against skin inflammation could have been easily arrived at by a person skilled in the art.

International application No.

PCT/JP03/07120

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

VI. Certain documents cited

i.	Certain	published	documents	(Rule	70.10)	
----	---------	-----------	-----------	-------	--------	--

Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)	
WO 02/49632 A1	27.06.02	18.12.01	18.12.00	
(Institute of Medicinal Molecular Design Inc.)				
[E, X]				
WO 02/076918 A1	03.10.02	27.03.02	27.03.01	
(Suntory Ltd.)				
[E X]				
WO 02/051397 A1	04.07.02	21.12.01	22.12.00	
(Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.)				
[E, X]		•		

2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

Kind of non-written disclosure

Date of non-written disclosure (day/month/year)

Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP03/07120

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of Box V.2:

<Based on document 3>

The inventions of claims 1-7, 10, 11, 13, 14 and 15 do not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 3 cited in the ISR. Further, the inventions of claims 12, 16, 18, 20, and 22 do not appear to involve an inventive step based on document 3.

Document 3 describes that a salicylamide derivative substituted with a thiazole ring, benzothiazole ring, or benzene ring substituted with CF₃ or the like is effective as an anti-inflammatory agent for skin suitable for therapy of allergic skin inflammations or the like.

In the inventions described in document 3, changing some of the substitution groups within a range of analogs with the object of providing compounds that are similarly active against skin inflammation could have been easily arrived at by a person skilled in the art.

<Based on document 4>

The inventions of claims 1-7, 10, 11, 14 and 15 do not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 4 cited in the ISR. Further, the inventions of claims 12, 16, and 18 do not appear to involve an inventive step based on document 4.

Document 4 describes that a salicylamide derivative having a benzene ring substituted with CF₃ or the like is effective as an anti-inflammatory agent suitable for therapy of acne, conjunctivitis, gum inflammation, joint inflammation, or the like.

In the inventions described in document 4, changing some of the substitution groups within a range of analogs with the object of providing compounds that are similarly active against inflammation could have been easily arrived at by a person skilled in the art.

<Based on documents 1, 3, and 4>

The invention of claim 21 does not appear to involve an inventive step based on documents 1, 2, 3, and 4 cited in the ISR. Further, the invention of claim 23 does not appear to involve an inventive step based on documents 1 and 3.

Claim 21

Documents 2-4 describe that a salicylamide derivative having a benzene ring substituted with CF₃ or the like is effective as an anti-inflammatory agent. On the other hand, document 1 describes that a salicylamide derivative in which 5 position of the benzene ring is substituted with a halogen atom is effective as an anti-inflammatory agent. Accordingly, in the inventions relating to documents 2-4, substituting the 5 position of the benzene ring of the salicylamide derivative with a halogen atom based on the information provided by document 1 in order to provide a compound similarly active against inflammation, could have been easily arrived at by a person skilled in the art.

Claim 23

Document 3 describes that a salicylamide derivative substituted with a thiazole ring or benzothiazole ring is effective as an anti-inflammatory agent. On the other hand, document 1 describes that a salicylamide derivative in which 5 position of the benzene ring is substituted with a halogen atom is effective as an anti-inflammatory agent. Accordingly, in the inventions relating to document 3, substituting the 5 position of the benzene ring of the salicylamide derivative with a halogen atom based on the information provided by document 1 in order to provide a compound similarly active against inflammation, could have been easily arrived at by a person skilled in the art.

<Based on document 5>

The inventions of claims 1-6, 9-11 and 14 do not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 5.

International application No.

PCT/ID02/0712

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP03/07120

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of Box V.2:

Document 5 describes that the compound represented by the formula (hydroxynaphthalene ring)-CONH-(Ph substituted with CF₃ or the like) is effective as an anti-inflammation agent.

Changing some of the substitution groups within a range of analogs with the object of providing compounds that are similarly effective as anti-inflammation agents could have been easily arrived at by a person skilled in the art.

<Based on document 6>

The inventions of claims 15 and 17-19 do not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 6 cited in the ISR.

Document 6 describes the compound represented by the formula (X) (HO)Ph-CONH-Ph(CF_3) (X = halogen atom).

<Based on document 7>

The inventions of claims 15 and 17-19 do not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 7 cited in the ISR.

Document 7 describes the compound represented by the formula (di-CF₃-substituted phenyl)-NHCO-Ph(OH) (Cl)), etc.

<Based on document 8>

The invention of claim 15 does not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 8 cited in the ISR.

Document 8 describes (R) (HO)Ph-CONH-Z (Z = substituted benzene ring)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP03/07120

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of Box:

Continuation of International Patent Classification (IPC)

A61P11/06, 17/00, 17/04, 37/08, 15/00, A61K31/426, C07D277/44, C07C311/29, 309/88, 335/22, 311/21, 311/46, 317/40, 323/42, C07F7/08, C07C235/60, 251/86, 245/08, 235/84, 235/64, 235/66, 237/44, 243/38, 251/48, 255/41, 255/57, 255/60, 275/34, 275/42

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLAC	K BORDERS	
☐ IMAG	E CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADE	D TEXT OR DRAWING	
☐ BLUR	RED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ skew	/ED/SLANTED IMAGES	
□ coro	OR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY	SCALE DOCUMENTS	
LINES	S OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFE	RENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.